

การเคลื่อนที่ของพอดิจิทัลและพอดิจิทัลในบันทึกไฟฟ้าเหล็กกล้าไร้สนิม

นางสาวพชราลัย อรุณยงค์

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเคมีเทคนิค ภาควิชาเคมีเทคนิค¹
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2554
ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อและแฟ้มข้อมูลฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ดังແป๊กการศึกษา 2554 ที่ให้บริการในคลังปัญญาจุฬาฯ (CUIR)
เป็นแฟ้มข้อมูลของนิสิตเจ้าของวิทยานิพนธ์ที่ส่งผ่านทางบันทึกวิทยาลัย

The abstract and full text of theses from the academic year 2011 in Chulalongkorn University Intellectual Repository(CUIR)
are the thesis authors' files submitted through the Graduate School.

COATING OF POLYPYRROLE AND POLYANILINE ON STAINLESS STEEL ELECTRODE

Miss. Patcharalai Arunyong

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Science Program in Chemical Technology

Department of Chemical Technology

Faculty of Science

Chulalongkorn University

Academic Year 2011

Copyright of Chulalongkorn University

หัวข้อวิทยานิพนธ์

การเคลื่อนบอเลลและบอเลโนนีนบนชั้วไฟฟ้า
เหล็กกล้าไร้สนิม

โดย

นางสาวพัชราลัย อรุณยงค์

สาขาวิชา

เคมีเทคนิค

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

รองศาสตราจารย์ ดร.เก็บลี พฤกษาทราย

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้บวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

..... คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

(ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ หวานองบัว)

คณะกรรมการสอบบวิทยานิพนธ์

..... ประธานกรรมการ

(รองศาสตราจารย์ ดร.อราพงษ์ วิทิตศานต์)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

(รองศาสตราจารย์ ดร.เก็บลี พฤกษาทราย)

..... กรรมการ

(รองศาสตราจารย์ ดร.มะลิ หุ่นสม)

..... กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ รวมคงคลชัย)

พัชราลัย อรุณยงค์ : การเคลือบพอลิพิรrole และพอลิแอนิลีนบนข้าไฟฟ้าเหล็กกล้าไร้สนิม. (COATING OF POLYPYRROLE AND POLYANILINE ON STAINLESS STEEL ELECTRODE) อ. ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก: รศ.ดร. เก็จวลี พฤกษาทร, 129 หน้า.

ปัจจุบันแห่งน้ำกราะแสงไฟฟ้าแบบสองขั้วในเซลล์เชือกเพลิงที่ทำจากวัสดุโลหะกำลังได้รับความสนใจแทนวัสดุประเภทแผ่นแก้วไฟฟ์ แต่เนื่องจากโลหะสามารถถูกกัดกร่อนได้จากภาวะกรดในเซลล์เชือกเพลิง จึงได้ศึกษาวิธีป้องกันโดยการเคลือบด้วยฟิล์มพอลิเมอร์ โดยงานวิจัยนี้ทำการศึกษาการสังเคราะห์พอลิพิรrole (PPY) และพอลิแอนิลีนบนขันพอลิพิรrole(PPY/PANI) บนเหล็กกล้าไร้สนิมด้วยวิธีทางเคมีไฟฟ้า ตัวแปรที่ทำการศึกษาประกอบด้วย ชนิดของสารสนับสนุนอิเล็กโทรไลต์ ความเข้มข้นของมอนอเมอร์ วิธีในการสังเคราะห์พอลิเมอร์ ในการศึกษาผลของการความเข้มข้นมอนอเมอร์พิรrole และชนิดของสารสนับสนุนอิเล็กโทรไลต์ ได้แก่ โซเดียมโดเดซิลซัลเฟต กรดออกชาลิก และ กรดซัลฟิวริก โดยทำการสังเคราะห์ด้วยวิธีไซคลิกโวลแتمเมทรี พบว่าเมื่อเพิ่มความเข้มข้นของมอนอเมอร์ ส่งผลให้การป้องกันการกัดกร่อนลดลง และค่าความต้านทานเชิงสัมผัสสูงขึ้น และการสังเคราะห์พอลิพิรroleความเข้มข้นมอนอเมอร์ 0.1 มิลลิตรต่อลิตร ในสารละลายกรดออกชาลิก 0.5 มิลลิตรต่อลิตร ให้ภาวะในการป้องกันการกัดกร่อนและความต้านทานเชิงสัมผัสเหมาะสมที่สุด จากนั้นทำการปรับเปลี่ยนวิธีในการสังเคราะห์ เป็นวิธีให้ค่าศักย์ไฟฟ้าคงที่และค่ากระไฟฟ้าคงที่ในสารละลายกรดออกชาลิก พบว่าการสังเคราะห์ด้วยวิธีกำหนดค่าศักย์ไฟฟ้าคงที่ 0.6 โวลต์เทียบกับ SCE เป็นเวลา 350 วินาที ส่งผลให้การป้องกันการกัดกร่อนดีที่สุดสำหรับการเคลือบแบบขั้นเดียว และค่าความต้านทานเชิงสัมผัสดี สำรวจการสังเคราะห์ PPY/PANI ด้วยวิธีกำหนดค่ากระแสงไฟฟ้าคงที่ 1 มิลลิแอมเปอร์ เวลาการสังเคราะห์ 600 วินาที พบว่าการเคลือบแบบสองขั้นให้ประสิทธิภาพในการป้องกันการกัดกร่อนที่สูงกว่าการเคลือบขั้นเดียว ส่วนค่าความต้านทานเชิงสัมผัสดูสูงขึ้น เมื่อนำพอลิเมอร์ที่ทำการสังเคราะห์ได้มาศึกษาลักษณะพื้นผิวด้วยเทคนิค SEM และศึกษาองค์ประกอบของฟิล์มด้วยเทคนิค FTIR พบว่าฟิล์มที่ได้มีลักษณะเป็นเนื้อดียวกันและมีหมุ่ฟังก์ชันเป็น PPY และ PANI ที่สังเคราะห์ได้จริง

ภาควิชา.....	เคมีเทคนิค.....	ลายมือชื่อนิสิต.....
สาขาวิชา.....	เคมีเทคนิค.....	ลายมือชื่อ อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก.....
ปีการศึกษา	2554.....	

5272448023 : MAJOR CHEMICAL TECHNOLOGY

KEYWORDS: POLYPYRROLE (PPY) POLYANILINE (PANI) CORROSION INTERFACIAL CONTACT RESISTANT (ICR) STAINLESS STEEL

PATCHARALAI ARUNYONG: COATING OF POLYPYRROLE AND POLYANILINE ON STAINLESS STEEL ELECTRODE. ADVISOR: ASSOC. PROF. KEJVALEE PRUKSATHORN, Ph.D., 129 pp.

Currently, bipolar plate in PEM fuel cell that made from metal is used to replace with graphite materials. However, metal corrosion could be obtained from the acid conditions in fuel cell. Therefore, the prevention of metal corrosion is studied by coating with conductive polymers. In this research, monolayer polypyrrole (PPY) and bilayer polypyrrole/polyaniline (PPY/ PANI) were used to coat on stainless steel electrode by electrochemical methods. The target parameters were types of supporting electrolyte, monomer concentrations and electropolymerization methods. The results of pyrrole monomer concentration that synthesized by Cyclic voltammetry, Potentiostatic and Galvanostatic method were shown that corrosion resistivity was decreased with opposite to interfacial contact resistance (ICR) as increasing of monomer concentration. In aspect to supporting electrolyte types; sodiumdodecylsulfate, oxalic acid and sulfuric acid, it was found that the optimum conditions was synthesized PPY were Potentiostatic method at 0.6 V/SCE for 350 s containing 0.1 M of pyrrole monomer in oxalic acid that provided the best protection corrosion and low ICR value for first layer. The synthesized PANI in oxalic acid in the second layer (PPY/PANI) by Galvanostatic method at 0.1 mA for 600 s was indicated the corrosion protection efficiency and ICR value higher than monolayer. The results of morphology and composition of the PPY and PANI were confirmed by Scanning Electron Microscopy (SEM) and Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR), respectively.

Department :Chemical Technology..... Student's Signature.....

Field of Study :Chemical Technology..... Advisor's Signature.....

Academic Year2011.....

กิตติกรรมประกาศ

**ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร. เก้าวี พฤกษาทร อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ และคณาจารย์ทุกท่านในกลุ่มวิจัยเซลล์เชื้อเพลิง ที่กรุณามอบคำปรึกษาและความ
ช่วยเหลือให้งานวิจัยสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี**

**ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร. ธรรมชัย วิทิตศานต์ ประธานกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์รองศาสตราจารย์ ดร. มะลิหุ่นสม และ รองศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ รวมคงคลัง ที่ได้
กรุณารับเป็นกรรมการในการสอบวิทยานิพนธ์และให้คำแนะนำ แก้ไขข้อผิดพลาดเพื่อให้
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งผู้วิจัยต้องขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี่**

**ขอขอบคุณ โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านเชื้อเพลิงภายใต้โครงการพัฒนา
บัณฑิตศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูญญากาศ เป็นเลิศแห่งชาติด้านปีโตรเลียม ปิโตร
เคมีและวัสดุขั้นสูงที่มอบทุนอุดหนุนและส่งเสริมวิทยานิพนธ์**

**ขอขอบคุณ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มอบทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์
สำหรับนิสิตในการทำวิทยานิพนธ์**

**งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจาก โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและการพัฒนา
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (EN276B)**

**ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ภาควิชาเคมีเทคนิคทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความ
สะดวกตลอดการทำงานวิจัย**

**ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ และน้องๆ ในภาควิชาเคมีเทคนิคทุกท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลือ
และให้กำลังใจในงานวิจัยลุล่วงไปด้วยดี**

**สุดท้ายขอขอบพระคุณบิดา-มารดาและทุกคนในครอบครัวที่เป็นกำลังใจ เข้าใจ ให้ความ
ช่วยเหลือและให้การสนับสนุนเสมอมาจนสำเร็จการศึกษา**

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	๔
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	๕
กิตติกรรมประกาศ.....	๖
สารบัญ.....	๗
สารบัญตาราง.....	๘
สารบัญภาพ.....	๙
บทที่	
1 บทนำ.....	1
1.1 ที่มาและความสำคัญ.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย.....	3
1.3 ขอบเขตของการวิจัย.....	3
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	4
1.5 วิธีดำเนินการวิจัย.....	4
2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	6
2.1 ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับเคมีไฟฟ้า.....	6
2.2 วิธีการสังเคราะห์สารด้วยวิธีเคมีไฟฟ้า.....	7
2.2.1 ไซคลิกโอลแทนเมทรี.....	7
2.2.2 ควบคุมค่าศักย์ไฟฟ้าคงที่.....	8
2.2.3 ควบคุมกระแสไฟฟ้าคงที่.....	8
2.3 อิเล็กโทรโอลิเมอร์ไวเซ็น.....	9
2.4 พอลิเมอร์นำไฟฟ้า.....	11
2.4.1 พอลิพิร์โอล.....	14
2.4.1.1 โครงสร้างของพอลิพิร์โอล.....	14
2.4.1.2 กลไกการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไวเซ็นของพอลิพิร์โอล.....	15
2.4.1.3 ปัจจัยที่มีผลต่อสมบัติของพอลิพิร์โอล.....	16
2.4.2 พอลิเอนลีน.....	17
2.4.2.1 การสังเคราะห์พอลิเอนลีน.....	18

บทที่	หน้า
2.4.2.2 กลไกการเกิดปฏิกริยาพอลิเมอร์ไวเซชันของพอลิเอนิลีน.....	20
2.5 แผ่นนำกระแสไฟฟ้าแบบสองชั้น.....	21
2.5.1 ส่วนประกอบและสมบัติของแผ่นนำกระแสไฟฟ้าแบบสองชั้น.....	22
2.5.2 ประเภทของแผ่นนำกระแสไฟฟ้าแบบสองชั้น.....	24
2.6 เหล็กกล้าไร้สนิม.....	25
2.6.1 ประเภทของเหล็กกล้าไร้สนิม.....	26
2.6.2 รากดูแลและการให้คุณสมบัติของรากดูดที่สมลงในเนื้อเหล็กกล้าไร้สนิม.....	28
2.7 การกัดกร่อน.....	29
2.7.1 ชนิดการผุกร่อน.....	30
2.7.2 การป้องกันการเกิดการกัดกร่อน.....	32
2.7.3 การกัดกร่อนทางเซลล์เคมีไฟฟ้า.....	33
2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	37
3 เครื่องมือและวิธีการทดลอง.....	40
3.1 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย.....	40
3.2 สารเคมีที่ใช้ในการวิจัย.....	41
3.3 ขั้นตอนการดำเนินงาน.....	41
3.3.1 การกลั่นมอนомเออร์.....	41
3.3.2 การเตรียมชิ้นงานที่ใช้ในการเคลือบ.....	42
3.3.3 การเตรียมเซลล์เคมีไฟฟ้าเพื่อทำการวิเคราะห์.....	42
3.3.4 การสังเคราะห์พอลิเมอร์โดยวิธีอิเล็กโทรโพลิเมอร์ไวเซชัน.....	43
3.3.4.1 ศึกษาช่วงค่าศักย์ไฟฟ้าของการเกิดปฏิกริยาอิเล็กโทรโพลิเมอร์ไวเซชัน และภาวะที่เหมาะสมในการสังเคราะห์พอลิพิโตรลแบบชั้นเดียว บนเหล็กกล้าไร้สนิม โดยเทคนิคไฮคลิกิโวลแทมเมทรี.....	44
3.3.4.2 ศึกษาช่วงค่าศักย์ไฟฟ้าของการเกิดปฏิกริยาอิเล็กโทรโพลิเมอร์ไวเซชันของพอลิเอนิลีนแบบชั้นเดียวบนเหล็กกล้าไร้สนิม โดยเทคนิคไฮคลิกิโวลแทมเมทรี.....	44
3.3.4.3 ศึกษาภาวะที่เหมาะสมต่อการสังเคราะห์พอลิพิโตรลบนเหล็กกล้าไร้สนิมแบบชั้นเดียวบนเหล็กกล้าไร้สนิมโดยเทคนิคกำหนดค่าศักย์ไฟฟ้าคงที่.....	45

3.3.4.4 ศึกษาภาวะที่เหมาะสมต่อการสังเคราะห์พอลิพิร์โอลบันเหล็กกล้าไร้สนิมแบบขั้นเดียวบนเหล็กกล้าไร้สนิมโดยเทคนิคกำหนดค่ากระแทกไฟฟ้าคงที่.....	45
3.3.4.5 ศึกษาภาวะที่เหมาะสมต่อการสังเคราะห์พอลิแคนิลีนบันพอลิพิร์โอลบันเหล็กกล้าไร้สนิมแบบสองชั้นบนเหล็กกล้าไร้สนิมโดยเทคนิคกำหนดค่าศักย์ไฟฟ้าคงที่.....	45
3.3.4.6 ศึกษาภาวะที่เหมาะสมต่อการสังเคราะห์พอลิแคนิลีนบันพอลิพิร์โอลบันเหล็กกล้าไร้สนิมแบบสองชั้นบนเหล็กกล้าไร้สนิมโดยเทคนิคกำหนดค่ากระแทกไฟฟ้าคงที่.....	46
3.3.5 การทดสอบการกัดกร่อนของโลหะ.....	47
3.3.6 วัดค่าความด้านทานเชิงสมผัสของชิ้นงาน	47
3.3.7 การวิเคราะห์ลักษณะผิวและความหนาของชิ้นงาน.....	49
3.3.8 การวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันของชิ้นงานด้วยวิธีอิเล็กโทรโพลิเมอร์ไวเซ็น.....	49
3.3.9 การวิเคราะห์ลักษณะพื้นผิวด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด...	50
4 ผลการทดลองและวิจารณ์ผลการทดลอง.....	51
4.1 ศึกษาความเข้มข้นสารสนับสนุนอิเล็กโทรไลด์ที่เหมาะสมในการสังเคราะห์พอลิพิร์โอลบันเหล็กกล้าไร้สนิม.....	50
4.2 ศึกษาช่วงค่าศักย์ไฟฟ้าของการเกิดปฏิกิริยาอิเล็กโทรโพลิเมอร์ไวเซ็นและภาวะที่เหมาะสมในการสังเคราะห์พอลิพิร์โอลแบบขั้นเดียวบนเหล็กกล้าไร้สนิม ในสารสนับสนุนอิเล็กโทรไลด์สามชนิด โดยเทคนิคไซคลิกโอลแทนเมทรี.....	53
4.2.1 ผลของสารสนับสนุนอิเล็กโทรไลด์ที่ใช้ในการสังเคราะห์.....	53
4.2.1.1 การสังเคราะห์พอลิพิร์โอลในสารละลายโซเดียมโคเดซิลชัลเฟต ความเข้มข้น 0.15 มอลต่อลิตร.....	53
4.2.1.2 การสังเคราะห์พอลิพิร์โอลในสารละลายกรดชัลฟิวริกความเข้มข้น 0.1 มอลต่อลิตร.....	54
4.2.1.3 การสังเคราะห์พอลิพิร์โอลในสารละลายกรดออกซาลิกความเข้มข้น 0.5 มอลต่อลิตร.....	55
4.2.2 ผลความเข้มข้นของพิร์โอลมอนกอนเมอร์ที่ใช้ในการสังเคราะห์.....	57

4.2.2.1 การสังเคราะห์พอลิพิริโอลในสารละลายน้ำเดียวมโดยเดซิลชัลเฟต ความเข้มข้น 0.15 มอลต่อลิตร.....	57
4.2.2.2 การสังเคราะห์พอลิพิริโอลในสารละlaysกรดออกชาลิกความเข้มข้น 0.1 มอลต่อลิตร.....	60
4.2.2.3 การสังเคราะห์พอลิพิริโอลในสารละlaysกรดอออกชาลิกความเข้มข้น 0.5 มอลต่อลิตร.....	61
4.3 ศึกษาช่วงค่าศักย์ไฟฟ้าของการเกิดปฏิกิริยาอิเล็กโทรโพลิเมอร์ไวเซนและภาวะที่ เหมาะสมในการสังเคราะห์พอลิพิริโอลแบบชั้นเดียวบนเหล็กกล้าไร้สนิมในสาร สนับสนุนอิเล็กโทรไดต์กรดอออกชาลิกความเข้มข้น 0.5 มอลต่อลิตร โดยเทคนิคให้ ค่าศักย์ไฟฟ้าคงที่.....	65
4.3.1 ผลของค่าศักย์ไฟฟ้าที่ใช้ในการสังเคราะห์.....	66
4.3.2 ผลของเวลาที่ใช้ในการสังเคราะห์.....	69
4.4 ศึกษาช่วงค่ากราฟไฟฟ้าของการเกิดปฏิกิริยาอิเล็กโทรโพลิเมอร์ไวเซนและภาวะที่ เหมาะสมในการสังเคราะห์พอลิพิริโอลแบบชั้นเดียวบนเหล็กกล้าไร้สนิมในสาร สนับสนุนอิเล็กโทรไดต์กรดอออกชาลิกความเข้มข้น 0.5 มอลต่อลิตร โดยเทคนิคให้ ค่ากราฟไฟฟ้าคงที่.....	72
4.4.1 ผลของค่ากราฟไฟฟ้าที่ใช้ในการสังเคราะห์.....	72
4.4.2 ผลของเวลาที่ใช้ในการสังเคราะห์.....	75
4.5 ศึกษาช่วงค่าศักย์ไฟฟ้าของการเกิดปฏิกิริยาอิเล็กโทรโพลิเมอร์ไวเซนและภาวะที่ เหมาะสมในการสังเคราะห์พอลิแคนดิลีนบนเหล็กกล้าไร้สนิม ในสารละlaysกรดอออกชาลิก โดยเทคนิคไซคลิกโอลแทมเมทรี	78
4.6 ศึกษาช่วงค่าศักย์ไฟฟ้าของการเกิดปฏิกิริยาอิเล็กโทรโพลิเมอร์ไวเซนและภาวะที่ เหมาะสมในการสังเคราะห์พอลิแคนดิลีนบนเหล็กกล้าไร้สนิมใน สารสนับสนุนอิเล็กโทรไดต์กรดอออกชาลิกความเข้มข้น 0.5 มอลต่อลิตร โดย เทคนิคให้ค่าศักย์ไฟฟ้าคงที่.....	79
4.6.1 ผลของค่าศักย์ไฟฟ้าที่ใช้ในการสังเคราะห์.....	80
4.6.2 ผลของเวลาที่ใช้ในการสังเคราะห์.....	83

4.7	ศึกษาช่วงค่ากระแสไฟฟ้าของการเกิดปฏิกิริยาอิเล็กโทรโพลิเมอร์เซลล์และภาวะที่ เหมาะสมในการสังเคราะห์พอลิแคนนิลีนบนชั้นพอลิพิร์โรลบันเหล็กกล้าไร้สนิมใน สารสนับสนุนอิเล็กโทรไลต์กรดออกชาลิกความเข้มข้น 0.5 มอลต่อลิตร โดย เทคนิคให้กระแสไฟฟ้าคงที่.....	85
	4.7.1 ผลของค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในการสังเคราะห์.....	85
	4.7.2 ผลของเวลาในการสังเคราะห์.....	88
4.8	การวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันด้วยเทคนิค Fourier Transform Infrared Spectroscopy	91
	4.8.1 การวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันของพอลิเมอร์ที่ทำการสังเคราะห์ได้.....	91
5	สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ.....	94
	5.1 สรุปผลการทดลอง.....	94
	5.2 ข้อเสนอแนะในงานวิจัย.....	95
	รายการอ้างอิง.....	96
	ภาคผนวก.....	102
	ภาคผนวก ก ข้อมูลการทดลอง.....	103
	ภาคผนวก ข ตัวอย่างการคำนวณ.....	122
	ภาคผนวก ค ขั้นตอนการทดลองและวิเคราะห์หาตัวแปรการกัดกร่อนโดยวิธี Tafel slope analysis ด้วยโปรแกรม GPES.....	125
	ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์.....	129

สารบัญตาราง

ตาราง	หน้า
2.1 โครงสร้างและค่าการนำไฟฟ้าของพอลิเมอร์นำไปฟื้นการโดป.....	13
2.2 รูปแบบที่แตกต่างกันของพอลิไอนิลิน.....	18
2.3 สมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมีของวัสดุที่ใช้ทำเป็นแผ่นนำกระแสไฟฟ้าแบบสองขั้ว.....	23
2.4 สมบัติที่ต้องการของแผ่นนำกระแสไฟฟ้าแบบสองขั้วสำหรับเซลล์เชือเพลิงชนิดพ็อกอิ่ม.....	23
2.5 การเปรียบเทียบวัสดุที่นิยมนิมามาใช้เป็นแผ่นนำกระแสไฟฟ้าแบบสองขั้ว.....	25
4.1 ความหนาแน่นกระแสการกัดกร่อนในความเข้มข้นสารสนับสนุนอิเล็กโทรไลต์ต่างกันสามชนิด.....	52
4.2 ความหนาของชั้นงานที่ทำการสังเคราะห์ด้วยวิธีไซค์ลิกโวลด์แบบเมทรีในสารละลายอิเล็กโทรไลต์พิริโอลมอนคอมอร์เข้มข้น 0.1 ถึง 0.5 มิลลิตริลิตรา ในสารสนับสนุนอิเล็กโทรไลต์ไซเดียมไดเดซิลชัลเฟต กรดชัลฟิวเริก และกรดออกชาลิก.....	64
4.3 การเปรียบเทียบการสังเคราะห์พอลิพิริโอลบันเหล็กกล้าไร้สนิมด้วยวิธีทางเคมีไฟฟ้า.....	78
4.4 การเปรียบเทียบการสังเคราะห์พอลิไอนิลินบนชั้นพอลิพิริโอลและพอลิพิริโอลบันเหล็กกล้าไร้สนิมด้วยวิธีทางเคมีไฟฟ้า.....	90
4.5 ดำเนินการดูดกลืนแสงอินฟราเรดที่เป็นลักษณะเฉพาะของพอลิพิริโอล.....	91
4.6 ดำเนินการดูดกลืนแสงอินฟราเรดที่เป็นลักษณะเฉพาะของพอลิไอนิลิน.....	92
ก1 ค่าความหนาแน่นกระแสไฟฟ้ากัดกร่อน และค่าประสิทธิภาพการป้องกันการกัดกร่อนของฟิล์มพอลิพิริโอล ที่สังเคราะห์ในสารละลายอิเล็กโทรไลต์ของไซเดียมไดเดซิลชัลเฟต และสารละลายมอนคอมอร์ความเข้มข้น 0.1 – 0.5 มิลลิตริลิตรา.....	104
ก2 ค่าความหนาและค่าความต้านทานเชิงสัมผัสของฟิล์มพอลิพิริโอล ที่สังเคราะห์ในสารละลายอิเล็กโทรไลต์ของไซเดียมไดเดซิลชัลเฟต และสารละลายมอนคอมอร์ความเข้มข้น 0.1 – 0.5 มิลลิตริลิตรา.....	104
ก3 ค่าความหนาแน่นกระแสไฟฟ้ากัดกร่อน และค่าประสิทธิภาพการป้องกันการกัดกร่อนของฟิล์มพอลิพิริโอล ที่สังเคราะห์ในสารละลายอิเล็กโทรไลต์ของกรดชัลฟิวเริก และสารละลายมอนคอมอร์ความเข้มข้น 0.1 – 0.5 มิลลิตริลิตรา.....	105

ตาราง	หน้า
ก4 ค่าความหนาและค่าความต้านทานเชิงสัมผัสของฟิล์มพอลิพิริโอล ที่สังเคราะห์ในสารละลายอิเล็ก tro ไอล์ต์ของกรดซัลฟิว蕊ก และสารละลามอนอเมอร์ความเข้มข้น 0.1 – 0.5 มิลลิตอร์.....	106
ก5 ค่าความหนาแน่นgrade ไฟฟ้ากัดกร่อน และค่าประสิทธิภาพการป้องกันการกัดกร่อนของฟิล์มพอลิพิริโอล ที่สังเคราะห์ในสารละลายอิเล็ก tro ไอล์ต์ของกรดออกชาลิก และสารละลามอนอเมอร์ความเข้มข้น 0.1 – 0.5 มิลลิตอร์	106
ก6 ค่าความหนาและค่าความต้านทานเชิงสัมผัสของฟิล์มพอลิพิริโอล ที่สังเคราะห์ในสารละลายอิเล็ก tro ไอล์ต์ของกรดออกชาลิก และสารละลามอนอเมอร์ความเข้มข้น 0.1 – 0.5 มิลลิตอร์.....	107
ก7 ค่าความหนาแน่นgrade ไฟฟ้ากัดกร่อน และค่าประสิทธิภาพการป้องกันการกัดกร่อนของฟิล์มพอลิพิริโอล ที่สังเคราะห์ในสารละลายอิเล็ก tro ไอล์ต์ของกรดออกชาลิก และสารละลามิริโอลมอนอเมอร์ ที่ค่าศักย์ไฟฟ้า 0.45 – 0.65 โวลต์เทียบกับ SCE.....	108
ก8 ค่าความหนาและค่าความต้านทานเชิงสัมผัสของฟิล์มพอลิพิริโอล ที่สังเคราะห์ในสารละลายอิเล็ก tro ไอล์ต์ของกรดออกชาลิก และสารละลามิริโอลมอนอเมอร์ ที่ค่าศักย์ไฟฟ้า 0.45 – 0.65 โวลต์เทียบกับ SCE.....	108
ก9 ค่าความหนาแน่นgrade ไฟฟ้ากัดกร่อน และค่าประสิทธิภาพการป้องกันการกัดกร่อนของฟิล์มพอลิพิริโอล ที่สังเคราะห์ในสารละลายอิเล็ก tro ไอล์ต์ของกรดออกชาลิกและสารละลามิริโอลมอนอเมอร์ ที่เวลาการสังเคราะห์ 300 – 1800 วินาที ที่ค่าศักย์ไฟฟ้า 0.6 โวลต์เทียบกับ SCE.....	109
ก10 ค่าความหนาและค่าความต้านทานเชิงสัมผัสของฟิล์มพอลิพิริโอล ที่สังเคราะห์ในสารละลายอิเล็ก tro ไอล์ต์ของกรดออกชาลิกและสารละลามิริโอลมอนอเมอร์ ที่เวลาการสังเคราะห์ 300 – 1800 วินาที ที่ค่าศักย์ไฟฟ้า 0.6 โวลต์เทียบกับ SCE.....	110
ก11 ค่าความหนาแน่นgrade ไฟฟ้ากัดกร่อน และค่าประสิทธิภาพการป้องกันการกัดกร่อนของฟิล์มพอลิพิริโอล ที่สังเคราะห์ในสารละลายอิเล็ก tro ไอล์ต์ของกรดออกชาลิกและสารละลามิริโอลมอนอเมอร์ ที่ค่ากราดแสงไฟฟ้า 0.5 – 0.8 มิลลิแอมเปอร์.....	111
ก12 ค่าความหนาและค่าความต้านทานเชิงสัมผัสของฟิล์มพอลิพิริโอล ที่สังเคราะห์ในสารละลายอิเล็ก tro ไอล์ต์ของกรดออกชาลิกและสารละลามิริโอลมอนอเมอร์ ที่ค่ากราดแสงไฟฟ้า 0.5 – 0.8 มิลลิแอมเปอร์.....	111

ตาราง	หน้า
ก13 ค่าความหนาแน่นgradeสำหรับกัดกร่อน และค่าประสิทธิภาพการป้องกันการกัดกร่อนของฟิล์มพอลิพิริโอล ที่สังเคราะห์ในสารละลายอิเล็กโทรไลต์ของกรดออกชาลิกและสารละลายพิริโรมอนโนเมอร์ ที่เวลาการสังเคราะห์ 200 – 1800 วินาที ที่ค่าgradeสำหรับ 0.6 มิลลิแอมเปอร์.....	112
ก14 ค่าความหนาและค่าความด้านทานเชิงสัมผัสของฟิล์มพอลิพิริโอล ที่สังเคราะห์ในสารละลายอิเล็กโทรไลต์ของกรดออกชาลิกและสารละลายพิริโรมอนโนเมอร์ ที่เวลาการสังเคราะห์ 200 – 1800 วินาที ที่ค่าgradeสำหรับ 0.6 มิลลิแอมเปอร์.....	113
ก15 ค่าความหนาแน่นgradeสำหรับกัดกร่อนของฟิล์มพอลิพิริโอลที่สังเคราะห์ในสารสนับสนุนอิเล็กโทรไลต์สามชนิด.....	114
ก16 ค่าความหนาแน่นgradeสำหรับกัดกร่อน และค่าประสิทธิภาพการป้องกันการกัดกร่อนของฟิล์มพอลิพิริโอล/ พอลิเคนลีน ที่สังเคราะห์ในสารละลายอิเล็กโทรไลต์ของกรดออกชาลิกและสารละลายเอนิลีนมอนโนเมอร์ ที่ค่าศักย์ไฟฟ้า 0.7 – 1.6 โวลต์เทียบกับ SCE.....	115
ก17 ค่าความหนาและค่าความด้านทานเชิงสัมผัสของฟิล์มพอลิพิริโอล/ พอลิเคนลีน ที่สังเคราะห์ในสารละลายอิเล็กโทรไลต์ของกรดออกชาลิก และสารละลายเอนิลีนมอนโนเมอร์ ที่ค่าศักย์ไฟฟ้า 0.7 – 1.6 โวลต์เทียบกับ SCE.....	116
ค่าความหนาแน่นgradeสำหรับกัดกร่อน และค่าประสิทธิภาพการป้องกันการกัดกร่อนของฟิล์มพอลิพิริโอล/ พอลิเคนลีน ที่สังเคราะห์ในสารละลายอิเล็กโทรไลต์ของกรดออกชาลิก และสารละลายเอนิลีนมอนโนเมอร์ ที่เวลาการสังเคราะห์ 300 – 1800 วินาที ค่าศักย์ไฟฟ้า 1.2 โวลต์เทียบกับ SCE.....	117
ก19 ค่าความหนาและค่าความด้านทานเชิงสัมผัสของฟิล์มพอลิพิริโอล/ พอลิเคนลีน ที่สังเคราะห์ในสารละลายอิเล็กโทรไลต์ของกรดออกชาลิก และสารละลายเอนิลีนมอนโนเมอร์ ที่เวลาการสังเคราะห์ 300 – 1800 วินาที ค่าศักย์ไฟฟ้า 1.2 โวลต์เทียบกับ SCE.....	118
ก20 ค่าความหนาแน่นgradeสำหรับกัดกร่อน และค่าประสิทธิภาพการป้องกันการกัดกร่อนของฟิล์มพอลิพิริโอล/ พอลิเคนลีน ที่สังเคราะห์ในสารละลายอิเล็กโทรไลต์ของกรดออกชาลิก และสารละลายพิริโรมอนโนเมอร์ ที่ค่าgradeสำหรับ 0.9 – 4 มิลลิแอมเปอร์.....	119
ก21 ค่าความหนาและค่าความด้านทานเชิงสัมผัสของฟิล์มพอลิพิริโอล/ พอลิเคนลีน ที่สังเคราะห์ในสารละลายอิเล็กโทรไลต์ของกรดออกชาลิกและสารละลายพิริโรมอนโนเมอร์ ที่ค่าgradeสำหรับ 0.9 – 4 มิลลิแอมเปอร์.....	119

ตาราง	หน้า
ก22 ค่าความหนาแน่นกระแสงไฟฟ้ากัดกร่อน และค่าประสิทธิภาพการป้องกันการกัดกร่อนของฟิล์มพอลิพิโตรล ที่สั่งเคราะห์ในสารละลายอิเล็กโทรไลต์ของกรดออกชาลิกและสารละลายพิริโรมอนومอร์ ที่เวลาการสั่งเคราะห์ 300 – 1800 วินาที ที่ค่ากระแสงไฟฟ้า 1 มิลลิแอมเปอร์.....	120
ก23 ค่าความหนาและค่าความต้านทานเชิงสัมผัสของฟิล์มพอลิพิโตรล ที่สั่งเคราะห์ในสารละลายอิเล็กโทรไลต์ของกรดออกชาลิกและสารละลายพิริโรมอนومอร์ ที่เวลาการสั่งเคราะห์ 300 – 1800 วินาที ที่ค่ากระแสงไฟฟ้า 1 มิลลิแอมเปอร์.....	121

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
1.1 โครงสร้างหัวไปของพอลิเอนิลีน.....	2
1.2 โครงสร้างหัวไปของพอลิพิร์โอล.....	3
2.1 ไซคลิกโอลแทมไม้แกรม.....	8
2.2 โพเทนชิโสแตติกไดอะแกรม.....	8
2.3 กัลวอนิสแตติกไดอะแกรม.....	9
2.4 ก. แบบพลังงานของพอลิเมอร์ที่ไม่ได้ผ่านการโดป ข. สถานะโพลารอน (Polaron) มีสpinเท่ากับ $\frac{1}{2}$ (ระดับการโดปต่ำ) ค. สถานะไบโพลารอน (Bipolaron) มีสpinเท่ากับ 0 (ระดับการโดปสูง).....	12
2.5 โครงสร้างพอลิพิร์โอล.....	14
2.6 โครงสร้างแบบօโรมาติกและแบบควนอยด์ของพอลิพิร์โอล.....	15
2.7 กลไกการเกิดพอลิพิร์โอล.....	16
2.8 โครงสร้างหัวไปของพอลิเอนิลีน.....	17
2.9 กลไกกระบวนการโดปของพอลิเอนิลีน.....	19
2.10 ขั้นการเกิดแรดิคัลประจุบวกของเอนิลีน และโครงสร้างแรโชแนลแบบต่างๆ.....	20
2.11 ขั้นการรวมตัว และการดึงproto-onกีดเป็นไดเมอร์ และเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน ของไดเมอร์.....	20
2.12 ขั้นขยายสายโซ่ได้เป็นพอลิเมอร์.....	21
2.13 ส่วนประกอบภายในเซลล์เชื้อเพลิงชนิดพีอีเอ็ม.....	22
2.14 การจำแนกประเภทของวัสดุที่ใช้ทำเป็นแผ่นนำกระแสไฟฟ้าแบบสองขั้วที่ใช้ใน เซลล์เชื้อเพลิง.....	24
2.15 การเกิดสนิมบนผิวเหล็ก.....	30
2.16 การเกิดการกัดกร่อนแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบของกระแสออนไลน์ดิคและแคโท ดิค.....	33
2.17 ค่ากระแสการกัดกร่อน และค่าศักย์ไฟฟ้ากัดกร่อนของทาเฟลพล็อก.....	36
3.1 การติดตั้งอุปกรณ์การกลั่นมอนومอร์.....	42
3.2 การติดตั้งอุปกรณ์สำหรับการสังเคราะห์พอลิเมอร์ลงบนเหล็กกล้าไว้สนิมด้วยวิธี ทางเคมีไฟฟ้า.....	43

ภาคที่		หน้า
3.3	เครื่องมือการวัดค่าความต้านทานเชิงสัมผัส.....	48
3.4	การจัดเรียงอุปกรณ์การวัดความต้านทานเชิงสัมผัส.....	48
4.1	ไฮคลิกโอลแทมโมแกรมการเกิดปฏิกิริยาอิเล็กโทรโพลิเมอร์ไวเซ็นของสารละลายอิเล็กโทรไลต์ (—) พิร์โรมอนอเมอร์เข้มข้น 0.1 มอลต่อลิตร ในสารละลายโซเดียมโดเดซิลซัลเฟตเข้มข้น 0.15 มอลต่อลิตร และ (---)สารละลายโซเดียมโดเดซิลซัลเฟตความเข้มข้น 0.15 มอลต่อลิตร.....	54
4.2	ไฮคลิกโอลแทมโมแกรมการเกิดปฏิกิริยาอิเล็กโทรโพลิเมอร์ไวเซ็นของสารละลายอิเล็กโทรไลต์ (—) พิร์โรมอนอเมอร์เข้มข้น 0.1 มอลต่อลิตร ในสารละลายกรดซัลฟิวริกเข้มข้น 0.1 มอลต่อลิตร และ (---)สารละลายกรดซัลฟิวริกเข้มข้น 0.1 มอลต่อลิตร.....	55
4.3	ไฮคลิกโอลแทมโมแกรมการเกิดปฏิกิริยาอิเล็กโทรโพลิเมอร์ไวเซ็นของสารละลายอิเล็กโทรไลต์ (—) พิร์โรมอนอเมอร์เข้มข้น 0.1 มอลต่อลิตร ในสารละลายกรดออกซิลิกเข้มข้น 05 มอลต่อลิตร และ (---)สารละลายกรดออกซิลิกเข้มข้น 0.1 มอลต่อลิตร.....	56
4.4	ประสิทธิภาพป้องกันการกัดกร่อนและความต้านทานเชิงสัมผัสของการสังเคราะห์ พอลิพิร์โอลในสารละลายพิร์โรมอนอเมอร์ 0.1 มอลต่อลิตร ในสารสนับสนุนอิเล็กโทรไลต์ต่างชนิดกัน ได้แก่ โซเดียมโดเดซิลซัลเฟตความเข้มข้น 0.15 มอลต่อลิตร การละลายกรดซัลฟิวริกเข้มข้น 0.1 มอลต่อลิตร และสารละลายกรดออกซิลิกความเข้มข้น 0.5 มอลต่อลิตร.....	57
4.5	ไฮคลิกโอลแทมโมแกรมการเกิดปฏิกิริยาอิเล็กโทรโพลิเมอร์ไวเซ็นผ่านการเกิดออกซิเดชันของพอลิพิร์โอลในสารละลายอิเล็กโทรไลต์ของโซเดียมโดเดซิลซัลเฟตเข้มข้น 0.15 มอลต่อลิตร โดยทำการปรับเปลี่ยนค่าความเข้มข้นของมอนอเมอร์พิร์โอล (—) 0.1 มอลต่อลิตร (-----) 0.2 มอลต่อลิตร (---) 0.3 มอลต่อลิตร (—) 0.4 มอลต่อลิตร และ (----) 0.5 มอลต่อลิตร.....	58

ภาคที่	หน้า
4.6 ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นgradeของกรดกร่อนและประสิทธิภาพป้องกันการกัดกร่อน โดยสังเคราะห์ในสารละลายอิเล็กโทรไลต์ของโซเดียมโดเดซิลชัลเฟตความเข้มข้น 0.15 มอลต่อลิตร และพิริโรมอนโนเมอร์เข้มข้น 0.1 ถึง 0.5 มอลต่อลิตร.....	59
4.7 โครงสร้างทางสัณฐานวิทยาของพิล์มพอลิพิริโrol โดยสังเคราะห์ในสารละลายอิเล็กโทรไลต์ของโซเดียมโดเดซิลชัลเฟตความเข้มข้น 0.15 มอลต่อลิตรและพิริโรมอนโนเมอร์ความเข้มข้น (ก) 0.1 มอลต่อลิตร (ข) 0.3 มอลต่อลิตร และ(ค) 0.5 มอลต่อลิตร ที่กำลังขยาย 3,000 เท่า.....	60
4.8 ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นgradeของกรดกร่อนและประสิทธิภาพป้องกันการกัดกร่อน โดยสังเคราะห์ในสารละลายอิเล็กโทรไลต์ของกรดชัลฟิวเริกความเข้มข้น 0.1 มอลต่อลิตรและพิริโรมอนโนเมอร์เข้มข้น 0.1 ถึง 0.5 มอลต่อลิตร.....	61
4.9 ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นgradeของกรดกร่อนและประสิทธิภาพป้องกันการกัดกร่อน โดยสังเคราะห์ในสารละลายอิเล็กโทรไลต์ของกรดออกชาลิกความเข้มข้น 0.5 มอลต่อลิตร และพิริโรมอนโนเมอร์เข้มข้น 0.1 ถึง 0.5 มอลต่อลิตร.....	62
4.10 ประสิทธิภาพการป้องกันการกัดกร่อนของการสังเคราะห์พอลิพิริโrolด้วยวิธีใช้คลิกโrolแทนเมทริค ในสารละลายอิเล็กโทรไลต์พิริโรมอนโนเมอร์เข้มข้น 0.1 ถึง 0.5 มอลต่อลิตร กับสารสนับสนุนอิเล็กโทรไลต์สามชนิด.....	62
4.11 ค่าความต้านทานเชิงสัมผัสของชิ้นงานที่ทำการสังเคราะห์ด้วยวิธีใช้คลิกโrolแทนเมทริค ในสารละลายอิเล็กโทรไลต์พิริโรมอนโนเมอร์เข้มข้น 0.1 ถึง 0.5 มอลต่อลิตร กับสารสนับสนุนอิเล็กโทรไลต์สามชนิด.....	64
4.12 โครงสร้างทางสัณฐานวิทยาของพิล์มพอลิพิริโrol โดยสังเคราะห์ในสารละลายอิเล็กโทรไลต์ของพิริโรมอนโนเมอร์ความเข้มข้น 0.1 มอลต่อลิตร กับสารสนับสนุนอิเล็กโทรไลต์ (ก) โซเดียมโดเดซิลชัลเฟตความเข้มข้น 0.15 มอลต่อลิตร (ข) กรดชัลฟิวเริกความเข้มข้น 0.1 มอลต่อลิตร และ (ค) กรดออกชาลิกความเข้มข้น 0.5 มอลต่อลิตร ที่กำลังขยาย 3,000 เท่า	65

ภาพที่	หน้า
4.13 ความสัมพันธ์ระหว่างค่ากระแสไฟฟ้ากับเวลาในการสังเคราะห์พอลิพิร์โอลในสารละลายอิเล็กโทรไลต์ของพิร์โอลมอนอเมอร์เข้มข้น 0.1 มोลต่อลิตร และกรดออกซิลิกเข้มข้น 0.5 มोลต่อลิตร ที่ค่าศักย์ไฟฟ้า (---) 0.45 โวลต์ (—) 0.50 โวลต์ (- - -) 0.55 โวลต์ (— · ·) 0.60 โวลต์ และ (.....) 0.65 โวลต์.....	66
4.14 ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นกระแสของกรากัดกร่อนและประสิทธิภาพป้องกันกรากัดกร่อน โดยทำการสังเคราะห์พอลิพิร์โอลด้วยวิธีให้ค่าศักย์ไฟฟ้าคงที่ ที่ช่วงค่าศักย์ไฟฟ้า 0.45 โวลต์ ถึง 0.65 โวลต์เทียบกับ SCE เวลาในการสังเคราะห์ 1800 วินาที.....	67
4.15 โครงสร้างทางสัณฐานวิทยาของฟิล์มพอลิพิร์โอลโดยสังเคราะห์ด้วยวิธีให้ค่าศักย์ไฟฟ้าคงที่ ที่ช่วงค่าศักย์ไฟฟ้า (ก) 0.45 โวลต์ (ข) 0.60 โวลต์ และ (ค) 0.65 โวลต์เทียบกับ SCE เวลาในการสังเคราะห์ 1800 วินาที.....	68
4.16 ค่าความต้านทานเชิงสัมผัสและความหนาของชั้นงานที่ทำการสังเคราะห์ด้วยวิธีให้ค่าศักย์ไฟฟ้าคงที่ ที่ช่วงค่าศักย์ไฟฟ้า 0.45 โวลต์ ถึง 0.65 โวลต์เทียบกับ SCE เวลาในการสังเคราะห์ 1800 วินาที.....	68
4.17 ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นกระแสกรากัดกร่อนและประสิทธิภาพป้องกันกรากัดกร่อน โดยทำการสังเคราะห์พอลิพิร์โอลด้วยวิธีให้ค่าศักย์ไฟฟ้าคงที่ ในช่วงเวลาการสังเคราะห์ 300 ถึง 1800 วินาที ที่ค่าศักย์ไฟฟ้า 0.60 โวลต์เทียบกับ SCE	70
4.18 ค่าความต้านทานเชิงสัมผัสและความหนาของชั้นงานที่ทำการสังเคราะห์ด้วยวิธีให้ค่าศักย์ไฟฟ้าคงที่ ในช่วงเวลาการสังเคราะห์ 300 ถึง 1800 วินาที ที่ค่าศักย์ไฟฟ้า 0.60 โวลต์เทียบกับ SCE.....	71
4.19 โครงสร้างทางสัณฐานวิทยาของฟิล์มพอลิพิร์โอลโดยสังเคราะห์ด้วยวิธีให้ค่าศักย์ไฟฟ้าคงที่ ที่ช่วงเวลาการสังเคราะห์ (ก) 300 วินาที (ข) 350 วินาที (ค) 1400 วินาที และ (ง) 1800 วินาทีที่ค่าศักย์ไฟฟ้าในการสังเคราะห์ 0.6 โวลต์เทียบกับ SCE	71

ภาพที่	หน้า
4.20 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าศักย์ไฟฟ้ากับเวลาในการสังเคราะห์พอลิพิริโอลในสารละลายน้ำอิเล็กโทรไลต์ของพิริโอลมอนเอมอร์เข้มข้น 0.1 มอลต่อลิตร และกรดออกซิลิกเข้มข้น 0.5 มอลต่อลิตร ที่ค่ากระแสไฟฟ้าศักย์ไฟฟ้า (—) 0.5 มิลลิแอมเปอร์ (---) 0.6 มิลลิแอมเปอร์ (.....) 0.7 มิลลิแอมเปอร์ (—) 0.8 มิลลิแอมเปอร์ ในเวลาการสังเคราะห์ 1800 วินาที.....	73
4.21 ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นกระแสการกัดกร่อนและประสิทธิภาพป้องกันการกัดกร่อน โดยทำการสังเคราะห์พอลิพิริโอลด้วยวิธีให้ค่ากระแสไฟฟ้าคงที่ ในช่วงค่าความหนาแน่นกระแสไฟฟ้า 0.22 ถึง 0.35 มิลลิแอมเปอร์ต่อตารางเซนติเมตร เวลาในการสังเคราะห์ 1800 วินาที.....	74
4.22 ค่าความต้านทานเชิงสัมผัสและค่าความหนาของชิ้นงานที่ทำการสังเคราะห์ด้วยวิธีให้ค่ากระแสไฟฟ้าคงที่ ในช่วงค่าความหนาแน่นกระแสไฟฟ้า 0.22 ถึง 0.35 มิลลิแอมเปอร์ต่อตารางเซนติเมตร เช่นเดียวกับเวลาในการสังเคราะห์ 1800 วินาที.....	74
4.23 โครงสร้างทางสัณฐานวิทยาของพิล์มพอลิพิริโอลโดยสังเคราะห์ด้วยวิธีให้ค่ากระแสไฟฟ้าคงที่ ที่ช่วงค่าความหนาแน่นกระแสไฟฟ้า (ก) 0.26 มิลลิแอมเปอร์ต่อตารางเซนติเมตร และ (ข) 0.35 มิลลิแอมเปอร์ต่อตารางเซนติเมตร ที่เวลาในการสังเคราะห์ 1800 วินาที.....	75
4.24 ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นกระแสการกัดกร่อนและประสิทธิภาพป้องกันการกัดกร่อน โดยทำการสังเคราะห์พอลิพิริโอลด้วยวิธีให้ค่ากระแสไฟฟ้าคงที่ ในช่วงเวลาการสังเคราะห์ 200 ถึง 1800 วินาที ที่ค่าความหนาแน่นกระแสไฟฟ้า 0.26 มิลลิแอมเปอร์ต่อตารางเซนติเมตร.....	76
4.25 ค่าความต้านทานเชิงสัมผัสและค่าความหนาของชิ้นงานที่ทำการสังเคราะห์ด้วยวิธีให้ค่ากระแสไฟฟ้าคงที่ ในช่วงเวลาการสังเคราะห์ 200 ถึง 1800 วินาที ที่ค่าความหนาแน่นกระแสไฟฟ้า 0.26 มิลลิแอมเปอร์ต่อตารางเซนติเมตร.....	77
4.26 โครงสร้างทางสัณฐานวิทยาของพิล์มพอลิพิริโอลโดยสังเคราะห์ด้วยวิธีให้ค่ากระแสไฟฟ้าคงที่ ที่เวลาการสังเคราะห์ (ก) 300 วินาที (ข) 600 วินาที และ (ค) 1800 วินาที ที่ค่าความหนาแน่นกระแสไฟฟ้า 0.26 มิลลิแอมเปอร์ต่อตารางเซนติเมตร.....	77

ภาพที่	หน้า
4.27 ไข่คลิกโอลแทนไม้แกรมการเกิดปฏิกิริยาอิเล็กโทรโพลิเมอร์ไออกซันของโพลีเอนิลีนบน เหล็กกล้าไร้สนิม (—) และโพลีเอนิลีนบนชั้นโพลิพิร์โรล (.....) ใน ^{ในสารละลายอิเล็กโทรไลต์เอนิลีนตอนเมอร์เข้มข้น 0.1 มอลต่อลิตร และสารละลายกรดออกชาลิกเข้มข้น 0.15 มอลต่อลิตร.....}	79
4.28 ความสัมพันธ์ระหว่างค่ากราฟไฟฟ้ากับเวลาในการสังเคราะห์โพลีเอนิลีนบนชั้นโพลิพิร์โรล ในสารละลายอิเล็กโทรไลต์ของเอนิลีนตอนเมอร์เข้มข้น 0.1 มอลต่อลิตร และกรดออกชาลิกเข้มข้น 0.5 มอลต่อลิตร ที่ค่าศักย์ไฟฟ้า (— ·) 0.7 โวลต์ (—) 1.0 โวลต์ (— · —) 1.2 โวลต์ (— —) 1.4 โวลต์ และ (— ·) 1.6 โวลต์ เวลาการสังเคราะห์ 600 วินาที.....	80
4.29 ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นกราฟกัดกร่อนและประสิทธิภาพป้องกันกรดกร่อน โดยทำการสังเคราะห์โพลีเอนิลีนบนชั้นโพลิพิร์โรลด้วยวิธีให้ค่าศักย์ไฟฟ้าคงที่ ในช่วงค่าศักย์ไฟฟ้า 0.7 ถึง 1.6 โวลต์เทียบกับ SCE เวลาในการสังเคราะห์ 600 วินาที.....	81
4.30 ค่าความด้านทานเชิงสัมผัสและค่าความหนาของชั้นงานที่ทำการสังเคราะห์ด้วยวิธีให้ค่าศักย์ไฟฟ้าคงที่ ในช่วงค่าศักย์ไฟฟ้า 0.7 ถึง 1.6 โวลต์เทียบกับ SCE เวลาในการสังเคราะห์ 600 วินาที.....	82
4.31 โครงสร้างทางสัณฐานวิทยาของฟิล์มโพลีเอนิลีนบนโพลิพิร์โรล สังเคราะห์ด้วยวิธีให้ค่าศักย์ไฟฟ้าคงที่ ที่ค่าศักย์ไฟฟ้า (ก) 0.7 โวลต์ (ข) 1.2 โวลต์ และ (ค) 1.6 โวลต์เทียบกับ SCE เวลาในการสังเคราะห์ 600 วินาที.....	83
4.32 ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นกราฟกัดกร่อนและประสิทธิภาพป้องกันกรดกร่อน โดยทำการสังเคราะห์โพลีเอนิลีนบนชั้นโพลิพิร์โรลด้วยวิธีให้ค่าศักย์ไฟฟ้าคงที่ ในช่วงเวลาการสังเคราะห์ 300 ถึง 1800 วินาที ที่ค่าศักย์ไฟฟ้า 1.2 โวลต์เทียบกับ SCE.....	84
4.33 ค่าความด้านทานเชิงสัมผัสและค่าความหนาของชั้นงานที่ทำการสังเคราะห์ด้วยวิธีให้ค่าศักย์ไฟฟ้าคงที่ ในช่วงเวลาการสังเคราะห์ 300 ถึง 1800 วินาที ที่ค่าศักย์ไฟฟ้า 1.2 โวลต์เทียบกับ SCE.....	84
4.34 โครงสร้างทางสัณฐานวิทยาของฟิล์มโพลีเอนิลีนบนโพลิพิร์โรล โดยสังเคราะห์ด้วยวิธีให้ค่าศักย์ไฟฟ้าคงที่ ที่เวลาการสังเคราะห์ 1800 วินาที ค่าศักย์ไฟฟ้า 1.2 โวลต์เทียบกับ SCE.....	85

ภาคที่	หน้า
4.35 ความสัมพันธ์ระหว่างค่ากระแสไฟฟ้ากับเวลาในการสังเคราะห์พอลิเอนิลีนบนชั้นพอลิพิร์โอลในสารละลายอิเล็กโทรไลต์ของแอนิลีนօเมอร์เข้มข้น 0.1 มอลต่อลิตร และกรดออกซิลิกเข้มข้น 0.5 มอลต่อลิตร ที่ค่าศักยไฟฟ้า 1.2 伏ต์เทียบกับ SCE.....	86
4.36 ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นกระแสการกัดกร่อนและประสิทธิภาพป้องกันการกัดกร่อน โดยทำการสังเคราะห์พอลิเอนิลีนบนพอลิพิร์โอลด้วยวิธีให้ค่ากระแสไฟฟ้าคงที่ ในช่วงค่ากระแสไฟฟ้า 0.9 ถึง 4 มิลลิแอมเปอร์ ที่เวลาในการสังเคราะห์ 600 วินาที.....	87
4.37 ค่าความด้านทานเชิงสัมผัสและค่าความหนาของชั้นงานที่ทำการสังเคราะห์ด้วยวิธีให้ค่ากระแสไฟฟ้าคงที่ ในช่วงค่ากระแสไฟฟ้า 0.9 ถึง 4 มิลลิแอมเปอร์ เวลาในการสังเคราะห์ 600 วินาที.....	87
4.38 ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นกระแสการกัดกร่อนและประสิทธิภาพป้องกันการกัดกร่อน โดยทำการสังเคราะห์พอลิเอนิลีนบนชั้นพอลิพิร์โอลด้วยวิธีให้ค่ากระแสไฟฟ้าคงที่ ในช่วงเวลาการสังเคราะห์ 300 ถึง 1800 วินาที ที่ค่ากระแสไฟฟ้า 1.0 มิลลิแอมเปอร์.....	88
4.39 โครงสร้างทางสัณฐานวิทยาของฟิล์มพอลิเอนิลีนบนพอลิพิร์โอล โดยสังเคราะห์ด้วยวิธีให้ค่ากระแสไฟฟ้าคงที่ ที่เวลาการสังเคราะห์ (ก) 600 วินาที และ (ข) 1800 วินาที ค่ากระแสไฟฟ้า 1 มิลลิแอมเปอร์.....	89
4.40 ค่าความด้านทานเชิงสัมผัสและค่าความหนาของชั้นงานที่ทำการสังเคราะห์ด้วยวิธีให้ค่ากระแสไฟฟ้าคงที่ ในช่วงเวลาการสังเคราะห์ 300 ถึง 1800 วินาที ที่ค่ากระแสไฟฟ้า 1.0 มิลลิแอมเปอร์.....	89
4.41 FTIR สเปกตรานของพอลิเมอร์ที่ทำการสังเคราะห์ได้บนเหล็กกล้าไวร์สนิม.....	92
ค.1 การเปิดโปรแกรม GPES.....	125
ค.2 การป้อนค่าพารามิเตอร์ในการทดสอบด้วยโปรแกรม GPES.....	126
ค.3 กราฟที่วิเคราะห์ได้.....	127
ค.4 ค่าพารามิเตอร์ที่เครื่องอ่านได้หลังจาก Fit Tafel slope.....	128
ค.5 ค่าพารามิเตอร์ที่เครื่องอ่านได้หลังจากเลือกคลิก Start fit.....	128

บทที่ 1

บทนำ

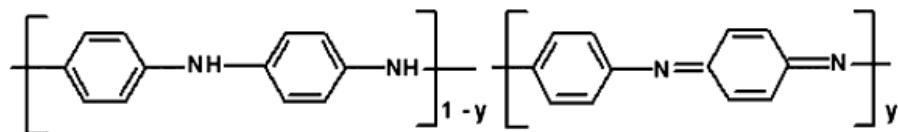
1.1 ที่มาและความสำคัญ

การเตื่อมสภาพของโลหะเป็นปัญหาหนึ่งที่ไม่เพียงประสงค์ให้เกิดกับโลหะที่นำมาใช้งาน อาทิ เช่น ปัญหาเรื่องการกัดกร่อน (Corrosion) ของโลหะที่ใช้ทำเป็นขั้วไฟฟ้า (Electrode) นั้นเป็น ปัญหาที่สำคัญปัญหาหนึ่งในเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยนprotoon (PEMFC) เนื่องจาก ภาวะที่เกิดขึ้นในเซลล์เชื้อเพลิงมีถูกที่เป็นกรด เมื่อเกิดปัญหาการกัดกร่อน ทำให้ต้องสิ้นเปลือง งบประมาณในส่วนของการซ่อมแซม บำรุงรักษา หรือการรื้อใหม่ทั้งแท่น จึงมีการพัฒนาคิดค้น การป้องกันหรือเพิ่มความคงทนแก่โลหะ เพื่อลดปัญหาการกัดกร่อนและเพิ่มอายุการใช้งาน โดย การเคลือบหรือสร้างฟิล์มพอลิเมอร์นำไฟฟ้าบนผิวของโลหะ ด้วยกระบวนการอิเล็กโทรโพลิเมอร์ ไโรเชชัน (Electropolymerization) ซึ่งเป็นการเคลือบโดยอาศัยวิธีทางเคมีไฟฟ้า โดยในขั้นแรก มองอเมอร์จะเกิดออกซิเดชันหรือรีดักชันกลایเป็นพอลิเมอร์บนพื้นผิวที่เป็นตัวนำไฟฟ้าหรือ ขั้วไฟฟ้า ซึ่งเรียกว่าขั้นตอนนี้ว่า อิเล็กโทรอินนิทิเอทพอลิเมอร์ไโรเชชัน (Initiated polymerization) ข้อดีของวิธีอิเล็กโทรโพลิเมอร์ไโรเชชัน คือ ใช้มอนอเมอร์ที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำทำให้มี ความสามารถในการละลายในตัวกลางได้ดี นอกจากนั้นกระบวนการนี้ยังไม่ต้องใช้อุณหภูมิสูง และไม่ต้องใช้ภาวะรุนแรงในการดำเนินการโดยการควบคุมการเกิดอิเล็กโทรโพลิเมอร์ไโรเชชันมี หลายวิธี เช่น ควบคุมค่าศักย์ไฟฟ้าคงที่ (Potentiostatic) ควบคุมค่ากระแสคงที่ (Galvanostatic) และ ควบคุมโดยเปลี่ยนแปลงค่าศักย์ไฟฟ้า (Cyclic voltammetry)

กระบวนการเกิดฟิล์มพอลิเมอร์ที่ผิวของขั้วไฟฟ้าที่จุ่มอยู่ในสารละลายซึ่งประกอบด้วย มองอเมอร์และเอนไซม์ อิบิายได้โดยการที่มองอเมอร์จะถูกออกอซิไดซ์ด้วยกระบวนการทาง เคมีไฟฟ้าที่ค่าศักย์ไฟฟ้าของการเกิดพอลิเมอร์จะตั้งแต่เป็นอนุนูลอิสระ โดยอนุนูลอิสระ เหล่านี้จะถูกดูดซับอยู่บนผิวน้ำของขั้วไฟฟ้า และเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องภายใต้ปฏิกิริยาที่ทำให้เกิด โครงตาก่ายของพอลิเมอร์ หรือที่เรียกว่ากระบวนการอิเล็กโทรโพลิเมอร์ไโรเชชัน การเกิดฟิล์มพอลิ เมอร์ขึ้นอยู่กับลักษณะทางไฟฟ้าของพอลิเมอร์นั้น ถ้าพอลิเมอร์ที่ไม่นำไฟฟ้าการเคลือบจะเกิดได้ เพียงเล็กน้อย ได้ฟิล์มที่มีความหนาประมาณ 10-100 นาโนเมตร แต่ในทางตรงกันข้ามฟิล์มที่เป็น ตัวนำไฟฟ้าจะเกิดขึ้นได้ไม่จำกัด กระบวนการจะถูกควบคุมโดยศักย์ไฟฟ้าของขั้วไฟฟ้าและเวลา ในกระบวนการเกิดปฏิกิริยาซึ่งจะทำให้สามารถควบคุมความหนาของฟิล์มได้ [1]

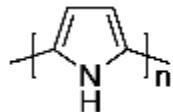
ปกติพอลิเมอร์ส่วนใหญ่ถูกจัดไว้ในกลุ่มอนุนวัตไฟฟ้า เพราะพอลิเมอร์มีสภาพการนำไฟฟ้าอย่างมาก เนื่องจากไม่มีอิเล็กตรอนอิสระจำนวนมากเป็นพาหะในการนำไฟฟ้า แต่ต่อมาพบว่า พอลิเมอร์บางชนิดที่ได้จากการบวนการสังเคราะห์ที่เหมาะสมจะสามารถนำกระแสไฟฟ้าได้ ใกล้เคียงกับโลหะ เรียกว่า พอลิเมอร์นำไฟฟ้า (Conducting polymer) โดยมีโครงสร้างที่ประกอบด้วยพันธะเดี่ยวสลับพันธะคู่ หรือ ที่เรียกว่า “คอนจูเกชัน” (Conjugation) เช่น พอลิแอนิลีน พอลิพิโตรล พอลิไทโอลีน และพอลิพาราเฟนิลีนไวนิลีน เป็นต้น พอลิเมอร์เหล่านี้สามารถรับและให้อิเล็กตรอนได้ง่ายกว่าพอลิเมอร์ทั่วไป และแสดงพฤติกรรมคล้ายสารกึ่งตัวนำ (Semiconductor) ประเทกซิลิกอน (Silicon) โดยสามารถปรับเปลี่ยนภาวะการนำไฟฟ้าได้โดยผ่านกระบวนการ doping (Doping Reaction) พอลิเมอร์นำไฟฟ้าที่ถูกดopedจะมีการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน หรือประจุบวกภายในสายโซ่ส่งผลให้เกิดการนำไฟฟ้าในที่สุด ซึ่งในปัจจุบันมีการนำพอลิเมอร์นำไฟฟ้ามาประยุกต์ใช้ในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะนำมาเป็นส่วนประกอบสำคัญทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือมีการใช้งานเป็นขั้วแบตเตอรี่ที่ชาร์ตไฟใหม่ได้ แต่ลักษณะพอลิเมอร์นำไฟฟ้าที่นำสนใจคือ มีลักษณะเป็นแผ่นฟิล์มบางสามารถยืดเกราดีดบันผิวของโลหะดี จึงมีการนำแผ่นฟิล์มพอลิเมอร์นำไฟฟ้าไปเคลือบบนผิวของวัตถุหลายชนิด เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการเพิ่มความแข็งแรง ลดการสึกหรอจากการเสียดทาน ป้องกันการเกิดสนิมหรือป้องกันการกัดกร่อน และทำให้เกิดการนำไฟฟ้าที่ผิววัสดุนั้นๆ โดยจะทำการเตรียมฟิล์มพอลิเมอร์โดยวิธีอิเล็กโทรโพลิเมอร์ไวเซชัน

พอลิแอนิลีนเป็นพอลิเมอร์ที่นำสนใจซึ่งอยู่ในกลุ่มของพอลิเมอร์นำไฟฟ้า ความสามารถในการนำไฟฟ้าของพอลิเมอร์ชนิดนี้ มาจากผลของ conjugated π -electrons ซึ่งสามารถนำไฟฟ้าได้ประมาณ 10 ซีเมนต์ต่อเซนติเมตร [2] มีสมบัติเด่นคือ มีความเสถียรในสถานะต่างๆ สามารถป้องกันการกัดกร่อน และสังเคราะห์ได้ง่าย โดยมีโครงสร้างทั่วไปดังภาพที่ 1.1 ซึ่งมี 2 ส่วน คือ ส่วนรีดิวซ์ชิง (Reduced repeating units, 1-y) และส่วนออกซิไดซ์ชิง (Oxidized repeating units, y) สามารถสังเคราะห์ได้โดยวิธีทางเคมี (Chemical method) หรือวิธีเคมีไฟฟ้า (Electrochemical method)



ภาพที่ 1.1 โครงสร้างทั่วไปของพอลิแอนิลีน [3]

พอลิพิร์โอลเป็นหนึ่งในพอลิเมอร์นำไฟฟ้าที่มีความสำคัญ พอลิเมอร์ชนิดนี้มีสมบัตินายประการที่น่าสนใจในการป้องกันการกัดกร่อน โดยมอนومเมอร์พิร์โอลมีโครงสร้างที่เป็นปัจจัยสำคัญในการยับยั้งการกัดกร่อน อีกทั้งการก่อตัวขึ้นของพอลิพิร์โอลนั้นค่อนข้างนำไฟฟ้าได้ชั่งสามารถนำไปใช้ในการเคลือบด้วยวิธีการเคลือบทาทางไฟฟ้า (Electrodeposition) โดยทั่วไปแล้วพอลิพิร์โอลสามารถสังเคราะห์ได้จากวิธีทางเคมีและเคมีไฟฟ้า แต่การสังเคราะห์ด้วยวิธีทางเคมีไฟฟ้าจะสามารถควบคุมความหนาและลักษณะของฟิล์มได้โดยมีโครงสร้างทั่วไปดังภาพที่ 1.2



ภาพที่ 1.2 โครงสร้างทั่วไปของพอลิพิร์โอล [3]

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

- ศึกษาวิธีทางเคมีไฟฟ้าในการเคลือบพอลิพิร์โอลและพอลิแอนิลีนบนขั้วไฟฟ้าเหล็กกล้าไร้สนิม
- หาภาวะที่เหมาะสมในการเคลือบพอลิพิร์โอลและพอลิแอนิลีนบนขั้วไฟฟ้าเหล็กกล้าไร้สนิมด้วยวิธีทางเคมีไฟฟ้า โดยพิจารณาสมบัติในการป้องกันการกัดกร่อนและความต้านทานเชิงสัมผัส

1.3 ขอบเขตของการวิจัย

ศึกษาหาภาวะที่เหมาะสมในการเคลือบผิวเหล็กกล้าไร้สนิมด้วยพอลิเมอร์นำไฟฟ้าสองชนิด คือ พอลิพิร์โอลและขั้นที่สองเป็นพอลิแอนิลีน ด้วยวิธีทางเคมีไฟฟ้า โดยเบรริยบเทียบการเคลือบขั้นเดียวและสองขั้น ตัวแปรที่ศึกษาประกอบด้วย ชนิดของสารสนับสนุนอิเล็กโทรไลต์ ความเข้มข้นของมอนอมเมอร์ วิธีในการสังเคราะห์พอลิเมอร์ลงบนเหล็กกล้าไร้สนิม และนำมาทดสอบการป้องกันการกัดกร่อนในภาวะสารละลายกรด และทดสอบความต้านทานที่ผิวสัมผัส พิล์มที่เคลือบ

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ได้ภาวะที่เหมาะสมในการสังเคราะห์พอลิเมอร์นำไฟฟ้าบนข้าวไฟฟ้าเหล็กกล้าไร้สนิมให้มีความสามารถในการป้องกันการกัดกร่อนและความสามารถในการนำไฟฟ้าได้ดี เพื่อที่เหมาะสมกับการนำไปประยุกต์ใช้เป็นข้าวไฟฟ้าในชีวภาพลิปิดิจิทัล

1.5 วิธีดำเนินการวิจัย

1. ศึกษาค้นคว้าทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์พอลิเมอร์นำไฟฟ้าบนเหล็กกล้าไร้สนิม
2. จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์การทดลองและสารเคมี
3. กลั่นمونอเมอร์พิริโอลและมอนอเมอร์แอนิลีน
4. เตรียมเหล็กกล้าไร้สนิมเกรด 304 โดยนำไปขัดด้วยกระดาษทราย และจุ่มกรดในตู้ริกและแอซีทอน
5. สังเคราะห์พอลิเมอร์ลงบนเหล็กกล้าไร้สนิมด้วยวิธีทางเคมีไฟฟ้า
6. ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อสมบัติการเตรียมการสังเคราะห์พอลิเมอร์ลงบนเหล็กกล้าไร้สนิมเพื่อหาภาวะที่เหมาะสมในการเตรียมข้าวไฟฟ้า โดยทำการศึกษาตัวแปรดังต่อไปนี้
 - ความเข้มข้นของมอนอเมอร์พิริโอลและแอนิลีน โดยทำการปรับเปลี่ยนค่าความเข้มข้นตั้งแต่ 0.1 มอลต์อลิตร์ ถึง 0.5 มอลต์อลิตร์
 - ชนิดของสารสนับสนุนอิเล็กโทรไลต์
 - วิธีที่ใช้ในการเคลือบพอลิเมอร์ลงบนข้าวไฟฟ้าเหล็กกล้าไร้สนิม ซึ่งได้แก่ ควบคุมค่าศักย์ไฟฟ้าคงที่ ควบคุมค่ากระแสคงที่ และ ควบคุมโดยเปลี่ยนแปลงค่าศักย์ไฟฟ้า
7. หาภาวะที่เหมาะสมโดยทำการปรับเปลี่ยนค่าความเข้มข้นของมอนอเมอร์ ชนิดของสารสนับสนุนอิเล็กโทรไลต์ และวิธีที่ใช้ในการเคลือบ
8. วิเคราะห์ฟิล์มโดยหาหนูพังก์ชันด้วยเทคนิค Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FT-IR) และดูลักษณะพื้นผิวของพอลิเมอร์ด้วยเทคนิค Scanning electron microscopy (SEM)
9. ทดสอบการกัดกร่อนในสารละลายน้ำภาวะกรดซัลฟิวริกความเข้มข้น 0.1 มอลต์อลิตร์ โดยใช้วิธี Tafel slope analysis

10. ทดสอบสมบัติของฟิล์ม โดยการวัดค่าความต้านทานที่ผิวสัมผัสของฟิล์มบนเหล็กกล้าไร้สนิม
11. วิเคราะห์ข้อมูล สูปผล และเขียนวิทยานิพนธ์

บทที่ 2

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับเคมีไฟฟ้า [4]

เคมีไฟฟ้า (Electrochemistry) กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างไฟฟ้ากับการเปลี่ยนแปลงทางเคมี โดยกระบวนการเคมีไฟฟ้าส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่ของอนุอิเล็กตรอนที่เรียกว่า ปฏิกิริยาเริดอกซ์ หรือปฏิกิริยาเริตักชัน-ออกซิเดชัน ซึ่งจะมีสารตัวหนึ่งทำหน้าที่เป็นตัวให้อิเล็กตรอน เรียกสารตัวนี้ว่า ตัวเริดิวเตอร์ (Reducing agent) และอีกสารหนึ่งทำหน้าที่เป็นตัวรับอิเล็กตรอน เรียกสารนี้ว่า ตัวออกซิไดเตอร์ (Oxidizing agent) โดยในการวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้านี้ เป็นวิธีหนึ่งที่ใช้หลักการวัดค่าความต่างศักย์ ประจุ หรือกระแสเพื่อวิเคราะห์ลักษณะการเกิดปฏิกิริยาทางเคมี อย่างไรก็ตามวิธีเคมีไฟฟ้าแต่ละประเภทมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน ยกไป โดยมีหลักที่สำคัญที่ควรศึกษา 5 หลักด้วยกัน ได้แก่ 1. ค่าศักย์ไฟฟ้าจะเป็นตัวจำแนก รูปแบบของสารวิเคราะห์ที่ผิวของข้าวไฟฟ้าได้ 2. ความเข้มข้นของสารวิเคราะห์ที่ผิวของข้าวไฟฟ้า อาจจะไม่เหมือนกับความเข้มข้นในสารละลาย 3. นอกเหนือจากการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน-เริตักชัน สารที่ทำการวิเคราะห์อาจเกิดปฏิกิริยาข้างเคียงร่วมด้วย 4. กระแสเป็นการวัดอัตราการเกิดปฏิกิริยาของสารที่ทำการวิเคราะห์ และ 5. ไม่สามารถควบคุมค่าศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าได้พร้อมกันในวิธีเดียว

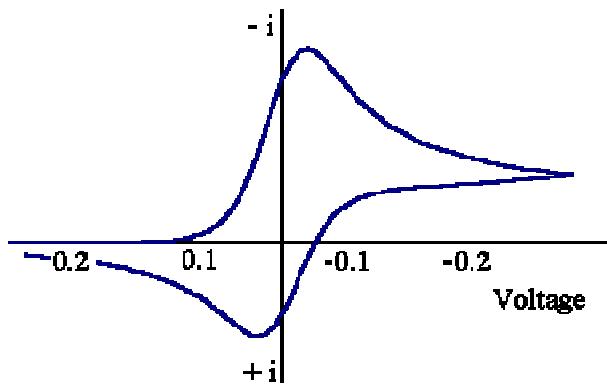
ในการควบคุมการวัดกระแสไฟฟ้าและศักย์ไฟฟ้า ทำโดยเครื่องมือวัดทางเคมีไฟฟ้าซึ่งสร้างมาจากเซลล์เคมีไฟฟ้าที่ประกอบด้วยข้าวไฟฟ้าสองข้างขึ้นไปและแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการควบคุมและการวัดกระแสและศักย์ไฟฟ้า โดยองค์ประกอบพื้นฐานของเครื่องมือทางเคมีไฟฟ้าประกอบด้วย เซลล์เคมีไฟฟ้าอย่างง่ายใช้ข้าวไฟฟ้าสองข้าว ศักย์ของข้าวไฟฟ้าหนึ่งซึ่งไวต่อ การวิเคราะห์ เรียกว่า ข้าวไฟฟ้าใช้งานหรือข้าวไฟฟ้าบ่งชี้ (Working electrode) คือ ข้าวไฟฟ้าที่ใช้เคลือบ โดยการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในสารละลายขันเป็นผลมาจากการเกิดปฏิกิริยาของสารตัวอย่าง จะมีผลต่อค่าศักย์ของข้าวไฟฟ้าชนิดนี้ และข้าวไฟฟาร่วม (Counter electrode) คือ ข้าวไฟฟ้าที่เป็นตัวช่วยในการส่งผ่านอิเล็กตรอนหรือกระแสไฟฟ้าไปยังข้าวไฟฟ้าใช้งาน โดยไม่ต้องผ่านข้าวไฟฟ้าอ้างอิงของวงจร ซึ่งทำให้วงจรไฟฟ้าสมบูรณ์ ในอุดมคติแล้วข้าวไฟฟาร่วมจะมีค่าศักย์ไฟฟ้าคงที่ ทำให้สามารถระบุข้าวไฟฟ้าทำงานได้โดยการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในข้าวไฟฟ้า แต่ถ้าหากข้าวไฟฟาร่วมไม่คงที่ จะแทนที่ด้วยข้าวไฟฟ้าอ้างอิงซึ่งมีศักย์ไฟฟ้าคงที่ (Reference electrode) โดยศักย์ของ

ข้าไฟฟ้านี้มีค่าเฉลี่ยที่ไม่เปรียบเทียบกับกระแสไฟฟ้าในวงจร แต่เนื่องจากไม่สามารถควบคุมกระแสไฟฟ้าและศักย์ไฟฟ้าพร้อมกันได้ จึงทำให้มีการออกแบบการทดลอง 3 แบบด้วยกัน คือ วัดศักย์ไฟฟ้าเมื่อกระแสไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงไป วัดศักย์ไฟฟ้าขณะที่กำลังควบคุมกระแสไฟฟ้า และสามารถวัดกระแสไฟฟ้าขณะที่กำลังควบคุมศักย์ไฟฟ้าโดยแต่ละการทดลองทั้งหมดนี้ ออกแบบโดยอาศัยกฎของโอล์ม $E = IR$ โดย | คือ กระแสไฟฟ้าที่วิ่งผ่านวงจรไฟฟ้า R คือ ความต้านทานภายในวงจร และ E คือ ศักย์ไฟฟ้า

2.2 วิธีการสังเคราะห์สารด้วยวิธีเคมีไฟฟ้า [5]

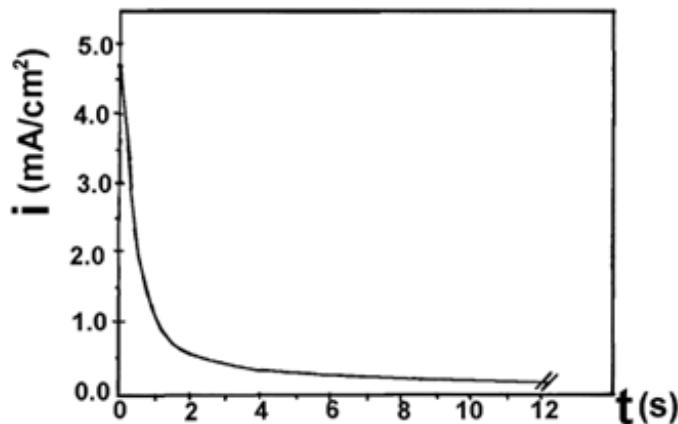
ปฏิกรรมการสังเคราะห์สารด้วยวิธีเคมีไฟฟ้าจะเกี่ยวข้องกับการที่สารตั้งต้นทำปฏิกรรมร่วมกับอิเล็กตรอนที่ได้จากแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าจากภายนอก เมื่อสารตั้งกล่าวเกิดการถ่ายอนุอิเล็กตรอนจะทำให้ได้สารตัวกลาง (Intermediate) เช่น ไอออนประจุบวก ไอออนประจุลบ แรดิคัล และแรดิคัลที่มีประจุบวกซึ่งจะสามารถเกิดปฏิกรรมต่อไปเป็นสารผลิตภัณฑ์ โดยวิธีการสังเคราะห์นี้สามารถประยุกต์ใช้ได้กับกระบวนการเคลือบด้วยพอลิเมอร์ เนื่องจากสามารถทำได้ง่ายและมีประสิทธิภาพในการควบคุมสมบัติทางเคมีและทางกายภาพของการเคลือบ โดยการสังเคราะห์ด้วยวิธีทางเคมีไฟฟ้ามีด้วยกัน 3 วิธี ได้แก่

2.2.1 ไซคลิกโอลเทมเมทรี เป็นวิธีการตรวจจราดค่าศักย์ไฟฟ้าที่ป้อนเข้าไปในช่วงที่ต้องการศึกษา ซึ่งจะแสดงผลเป็นความสัมพันธ์ระหว่างค่าศักย์ไฟฟ้ากับกระแสไฟฟ้า โดยจะทำการตรวจจราดค่าศักย์ไฟฟ้าไปในทางบวกจนเกิดค่ากระแสสูงสุดเนื่องจากเกิดปฏิกรรมออกซิเดชันของระบบ และเมื่อลดศักย์ไฟฟ้าไปในทางลบเดิมกระแสไฟฟ้าก็จะค่อย ๆ ลดลงจนถึงต่ำสุดเนื่องจากเกิดปฏิกรรมรีดักชัน โดยลักษณะของไซคลิกโอลเทมโมแกรมที่ได้จะมีลักษณะดังแสดงในภาพที่ 2.1 ซึ่งเป็นลักษณะของไซคลิกโอลเทมโมแกรมที่สมมาตรกัน แต่ถ้าปฏิกรรมผันกลับไม่ได้จะไม่เกิดพีก และถ้าปฏิกรรมผันกลับได้ไม่สมบูรณ์ ลักษณะพีกที่เกิดขึ้นจะไม่สมมาตรกัน โดยข้อดีเทคนิคนี้สามารถบอกรายละเอียดถึงการเกิดปฏิกรรม บวกได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้ออนไซด์ (Oxidized) หรืออนไซด์ (Reduced)



ภาพที่ 2.1 ไซคลิกโวลต์แกรมโมแกรม [6]

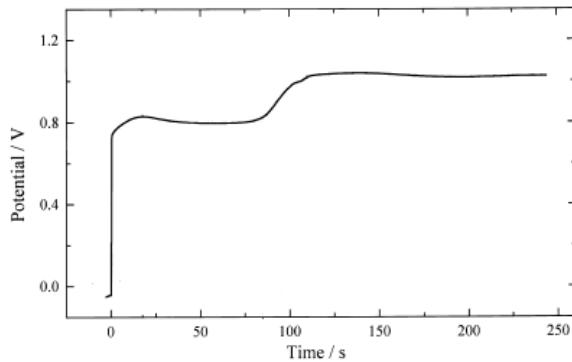
2.2.2 ควบคุมค่าศักย์ไฟฟ้าคงที่ เป็นระบบที่ป้อนค่าศักย์ไฟฟ้าคงที่ให้กับขั้วไฟฟ้าใช้งาน แล้วทำการวัดกระแสไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไปเทียบกับเวลา ดังแสดงในภาพที่ 2.2 โดยในระบบของการควบคุมค่าศักย์ไฟฟ้าคงที่จะประกอบด้วย 3 ขั้วไฟฟ้า คือ ขั้วไฟฟ้าทำงาน ขั้วไฟฟ้าร่วม และขั้วไฟฟ้าอ้างอิง ข้อดีของการควบคุมค่าศักย์ไฟฟ้าให้คงที่ คือสามารถกำหนดได้โดยอุปกรณ์ที่ไม่ต้องการและสามารถกำหนดค่าศักย์ไฟฟ้าให้ตรงกับศักย์ไฟฟ้าที่สารเกิดปฏิกิริยาได้โดยสามารถหาช่วงของค่าศักย์ไฟฟ้าที่เหมาะสมโดยเทคนิคไซคลิกโวลต์แกรมเมทรี



ภาพที่ 2.2 โพแทโนซิโอดแตติกไดอะแกรม [7]

2.2.3 ควบคุมกระแสไฟฟ้าคงที่ เป็นระบบที่ป้อนค่ากระแสไฟฟ้าคงที่ระหว่างขั้วไฟฟ้าใช้งานและขั้วไฟฟ้าร่วม แล้วทำการวัดค่าศักย์ไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไปเทียบกับเวลา ดังแสดงในภาพที่ 2.3 โดยในระบบประกอบไปด้วย 2 ขั้วไฟฟ้า คือ ขั้วไฟฟ้าทำงาน และขั้วไฟฟ้าร่วม ในระบบค่ากระแสไฟฟ้าคงที่นี้สามารถควบคุมอัตราการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีไฟฟ้าได้โดยการคำนวณจาก

ประจุรวมที่ว่างผ่านระหว่างการทำปฏิกิริยา แต่อย่างไรก็ตามค่าศักย์ไฟฟ้าบนขั้วไฟฟ้าทำงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงไป จึงต้องใช้วิธีทางเคมีไฟฟ้าในรูปแบบอื่นเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์



ภาพที่ 2.3 ก้าวตอนสเตดิคไดอะแกรม [8]

2.3 อิเล็กโทรโพลิเมอร์ไวเซ็น [9, 10]

อิเล็กโทรโพลิเมอร์ไวเซ็น (Electropolymerization) เป็นปฏิกิริยาการสังเคราะห์โพลิเมอร์โมเลกุลขนาดใหญ่จากมอนومอร์หลายมอนอมอร์รวมกันโดยอาศัยวิธีทางเคมีไฟฟ้า ในขั้นแรกมอนอมอร์จะเกิดกระบวนการอิเล็กโทรไลซิสกล้ายเป็นโพลิเมอร์บันพื้นผิวที่เป็นตัวนำไฟฟ้า ซึ่งเรียกกระบวนการนี้ว่า อิเล็กโทรอินนิทิเอทเพดโพลิเมอร์ไวเซ็น (Initiated Polymerization) จากนั้nmอนอมอร์จะเกิดการเชื่อมขวาง (Cross-linking) ของมอนอมอร์เกิดเป็นฟิล์มบางของโพลิเมอร์ที่ผิวของวัสดุต่างๆ โดยทั่วไปแล้วกระบวนการนี้จำเป็นต้องมีการควบคุมภาวะการเกิดปฏิกิริยาอย่างระมัดระวัง ในปัจจุบันได้มีการนำกระบวนการนี้มาใช้ในการเคลือบกันอย่างแพร่หลาย โดยข้อดีสำหรับกระบวนการอิเล็กโทรโพลิเมอร์ไวเซ็นคือ ใช้ค่าศักย์ไฟฟ้าในการสังเคราะห์ไม่สูงมาก และใช้มอนอมอร์ที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำ ซึ่งทำให้มีความสามารถในการละลายในตัวกลางได้ดี นอกจากนั้นกระบวนการนี้ยังไม่ต้องใช้อุณหภูมิสูง และไม่ต้องใช้ภาวะรุนแรงในการดำเนินการ อีกทั้งการสังเคราะห์โพลิเมอร์ด้วยกระบวนการนี้เป็นการสังเคราะห์ในตัวกลางที่เป็นสารละลายที่ไม่มีส่วนประกอบของโลหะหนักผสมอยู่ จึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้ต้นทุนสำหรับวัสดุที่ใช้ในการดำเนินการและในการกำจัดของเสียค่อนข้างต่ำ กระบวนการนี้เป็นทักษะการก่อตัวขึ้นของโพลิเมอร์และเป็นการเคลือบไปในเวลาเดียวกันและง่ายในการดำเนินการ เนื่องจากทำได้ที่ภาวะบรรยายกาศและอุณหภูมิห้อง และใช้ค่ากระแสหรือความต่างศักย์ที่ป้อนต่ำ และยังสามารถควบคุมสมบัติของการเคลือบให้อยากได้ตามที่ต้องการโดยการควบคุมตัวแปร

ทางด้านกระบวนการเคมีไฟฟ้า โดยตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาอิเล็กโทรโพลิเมอร์ไวเซชัน ได้แก่

- **สารละลายอิเล็กโทรไลต์** เป็นตัวแปรที่มีผลต่อสมบัติทางกายภาพและโครงสร้างของพอลิเมอร์ โดยขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารตัวเติมรวมถึงสารสนับสนุนอิเล็กโทรไลต์ (Supporting electrolyte) สารสนับสนุนอิเล็กโทรไลต์นอกจากมีหน้าที่ช่วยให้เกิดการนำไฟฟ้าในสารละลายแล้วยังทำหน้าที่เป็นสารตัวเติมของพอลิเมอร์ โดยไออกอนของสารประกอบอิเล็กโทรไลต์จะเข้าไปอยู่รวมกับโมเลกุลของมอนومอร์ [11] สารตัวเติมแบ่งออกเป็นสารอินทรีย์และอนินทรีย์ โดยจะมีขนาดของไออกอนต่างกัน ซึ่งขนาดของไออกอนจะเป็นตัวกำหนดโครงสร้างจุลภาค (Microstructure) และความเป็นธูพุนของพอลิเมอร์และเป็นตัวกำหนดความสามารถในการแพร่เข้าไปในพอลิเมอร์ของสารตัวเติมระหว่างเกิดปฏิกิริยาเริดอกซ์

- **ความเข้มข้นของมอนอมอร์** เนื่องจากมอนอมอร์จะถูกออกซิไดซ์อย่างต่อเนื่องระหว่างการเกิดปฏิกิริยาอิเล็กโทรโพลิเมอร์ไวเซชันเพื่อเกิดเป็นพอลิเมอร์บนข้าไฟฟ้า ทำให้ความเข้มข้นของมอนอมอร์ที่อยู่ในสารละลายลดลง และอาจทำให้เกิดปฏิกิริยาข้างเคียง (Side reaction) รวมทั้งเกิดการเชื่อมขวาง หรือการเกิด Overoxidation ของพอลิเมอร์แทน

- **เทคนิคทางเคมีไฟฟ้า** เป็นตัวแปรที่ส่งผลต่อลักษณะโครงสร้าง รูปร่างและการยึดติดของพอลิเมอร์ โดยการให้กระแสและค่าศักยไฟฟ้าคงที่จะทำให้เกิดโครงสร้างโมเลกุลที่ซับซ้อนพอลิเมอร์มีความเป็นเนื้อดียกันต่ำเนื่องจากเกิดการปนเปื้อนของสารละลายระหว่างข้าไฟฟ้าและฟิล์มพอลิเมอร์ แต่สามารถกำหนดค่าศักยไฟฟ้าหรือค่ากระแสที่เหมาะสมในการเกิดปฏิกิริยาได้ ส่วนพอลิเมอร์ที่เตรียมได้จากเทคนิคไซคลิกโวลเทมเมทรี จะมีลักษณะเรียบเป็นเนื้อดียกันและเกะติดดี

- **อุณหภูมิ** เป็นตัวแปรที่ส่งผลต่อจุดนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไวเซชัน ตลอดจนสมบัติเชิงกล สมบัติการเกิดปฏิกิริยาเริดอกซ์และการนำไฟฟ้าของฟิล์มโดยเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นคุณสมบัติการเกิดปฏิกิริยาเริดอกซ์จะลดลง ที่อุณหภูมิสูงจะเกิดปฏิกิริยาข้างเคียง เช่น ตัวทำละลายและสาร Nucleophilic จะเป็นสารปนเปื้อนอยู่บนโมเลกุลพอลิเมอร์แวดล้อมส่งผลให้การนำไฟฟ้าของฟิล์มพอลิเมอร์ต่ำ อย่างไรก็ตามการสังเคราะห์ที่อุณหภูมิต่ำทำให้ผิวของฟิล์มมีความชุ่มชื้นและการยึดเกาะไม่ดีมากกว่าที่อุณหภูมิสูง

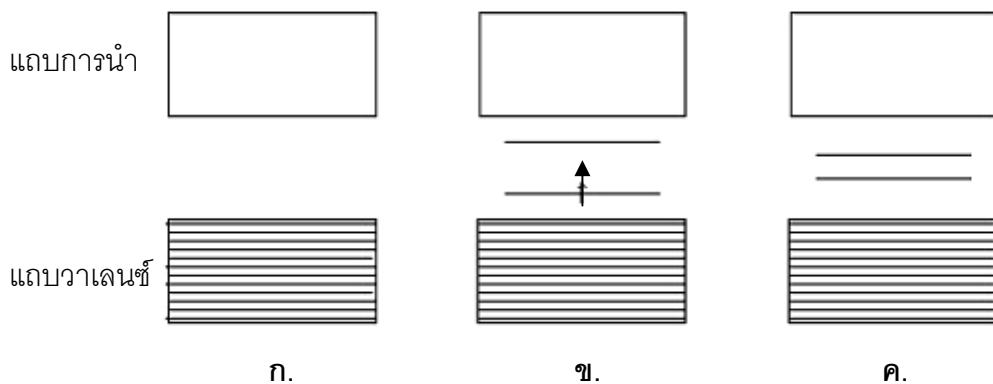
2.4 พอลิเมอร์นำไฟฟ้า [12]

พอลิเมอร์นำไฟฟ้า (Conductive polymer) ได้ถูกทำการศึกษา กันอย่างแพร่หลาย ในเรื่อง เกี่ยวกับการนำไปใช้เป็นคุปกรณ์สะสมไฟฟ้า (Capacitor) เครื่องส่งสัญญาณ (Sensor) และ ป้องกันการกัดกร่อนของข้าวaceous ในด้านสำหรับใช้ในเซลล์เชือเพลิง โดยพอลิเมอร์ทั่วไปจะมีสภาพการนำกระแสไฟฟ้าน้อยมาก หรืออาจเรียกได้เป็นจำนวนไฟฟ้าเนื่องจากไม่เกิดอนุภาค หรืออนุวัยของอะตอม ในพอลิเมอร์ไม่มีพาราห์ในการนำกระแสไฟฟ้าอยู่เลย แต่พอลิเมอร์บางชนิดพบว่ามีสมบัติในการนำไฟฟ้าได้เรียกพอลิเมอร์ชนิดนี้ว่า พอลิเมอร์นำไฟฟ้า เช่น พอลิอะเซทิลีน พอลิพาราฟินิลีน พอลิพิริโอล และพอลิแอนิลีน ที่ถูกเจือด้วยสารเจือที่เหมาะสมดังในวัสดุกึ่งตัวนำ

พอลิเมอร์นำไฟฟ้าที่ยังไม่ได้ดope (Pristine sample) จะมีสภาพเป็นจำนวน กล่าวคือแบบนำ (Conductive band) และแบบบัวเลนซ์ (Valence band) ของอิเล็กตรอนจะมีระดับพลังงานที่แตกต่างกันมาก และแบบบัวเลนซ์จะมีอิเล็กตรอนบรรจุอยู่เต็ม ส่วนแบบนำจะไม่มีอิเล็กตรอนอยู่เลย เมื่อถูกดopeในกระบวนการสังเคราะห์แบบเคมีไฟฟ้า อิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่จากแบบบัวเลนซ์ไปยังตัวดope ทำให้พอลิเมอร์เกิดประจุพาราห์แบบพี (P-type) และตัวดopeมีสภาพเป็นไอออนลบ หรืออาจเป็นการที่อิเล็กตรอนจากตัวดopeเคลื่อนที่ไปอยู่แทนนำทำให้พอลิเมอร์มีประจุอิสระแบบเช็น (N-type) และตัวดopeมีสภาพเป็นไอออนบวกก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอะตอมที่ใช้ดope

พอลิเมอร์บริสุทธิ์จะมีลักษณะโครงสร้างของแบบอิเล็กตรอนเป็นจำนวน ดังนั้นการเกิดอิเล็กตรอนอิสระและหลุมในพอลิเมอร์นำไฟฟ้าจะมาจากการส่วนของอะตอมของสารเจือปนซึ่งทำให้เกิดแบบพลังงานใหม่ที่ชื่อว่าหับกันทั้งแบบบัวเลนซ์และแบบการนำของพอลิเมอร์บริสุทธิ์ ทำให้ได้แบบพลังงานที่มีอิเล็กตรอนอยู่บ้างส่วน และทำให้อิเล็กตรอนอิสระหรือหลุมเป็นจำนวนมากที่อุณหภูมิห้อง การเรียงตัวของสายพอลิเมอร์ไม่ว่าจะเป็นเชิงกล หรือเชิงแม่เหล็กในช่วงการสังเคราะห์ มีผลให้เกิดเป็นวัสดุแอนไซโทรปีที่มีค่าการนำไฟฟ้าสูงสุดตามทิศทางการเรียงตัว [13] โดยพอลิเมอร์นำไฟฟ้าที่มีระบบคอนจูเกชันอยู่ในโมเลกุล เมื่อได้รับการดopeด้วยปฏิกิริยา รีดักชันหรือออกซิเดชันแล้ว จะช่วยทำให้การนำไฟฟ้าสูงขึ้นได้ พอลิเมอร์ชนิดนี้แตกต่างจากพอลิเมอร์ที่มีการเติมโลหะหรือองค์กร์บอน เนื่องจากพอลิเมอร์ที่มีการเติมสารเหล่านี้จะนำไฟฟ้าได้ก็ต่อเมื่ออนุภาคของสารตัวเติมเหล่านี้มีการกระจายตัวในลักษณะที่เชื่อมต่อกันไปตลอดเท่านั้น กลไกการนำไฟฟ้าของพอลิเมอร์นำไฟฟ้านั้นสามารถอธิบายได้ดังนี้ เมื่อพอลิเมอร์นำไฟฟ้าได้รับการกระตุ้นให้เกิดพาราห์นำไฟฟ้า โดยการทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกไปจากโครงสร้างโมเลกุล จะทำให้เกิดระดับพลังงานใหม่ขึ้นมา ระหว่างระดับขั้นพลังงานสูงสุดที่มีอิเล็กตรอนบรรจุอยู่

(Highest occupied molecular orbital, HOMO) หรือเรียกว่าແບວາເລນ໌ (Valence band) ກັບຮະດັບັ້ນພັບງານຕໍ່າສຸດທີ່ໄມ້ມືອື່ນເລື້ອກຕຣອນບຽງຈູອູ່ (Lowest unoccupied molecular orbital, LUMO) หรือເຮັດວຽກກ່າວແບກການນໍາ (Conduction band) ເປັນຜລທຳໃຫ້ໂຄຮງສ້າງໂມເລກຸລຂອງພອລີ ເມືອນນໍາໄຟຟ້າມີການເປັນແປງໄປເກີດເປັນຫລຸມ (Hole) ອີ່ອ ແຮັດັກປະຈຸບວກ (Radical cation) ທີ່ເຮັດວຽກກ່າວ ໂພລາຮອນ ດືອກເກີດຈາກບາງສ່ວນຂອງໂມເລກຸລທີ່ເກີດກາດຕີໂລຄັລໄລເຫັນໄດ້ເນື່ອຈາກມີປະຈຸແລະແຮັດັກອູ່ດ້ວຍກັນ ບາງຄວັງຄູກເຮັດວຽກກ່າວແຮັດັກປະຈຸບວກ ອີ່ອແຮັດັກປະຈຸລບ (Radical anion) ທີ່ມີສປິນ (Spin) ເທົກກັບຄົງໜຶ່ງ ແລະ ໄປໂພລາຮອນ ດືອ ບາງສ່ວນຂອງໂມເລກຸລທີ່ປະກອບໄປດ້ວຍປະຈຸ 2 ຕຳແໜ່ງອູ່ດ້ວຍກັນໜຶ່ງໄມ້ມີສປິນ ຜຶ່ງທຳນໍາທີ່ເປັນຕົວຕ່າຍເທປະຈຸໃນໂມເລກຸລ ໂດຍທັ້ງໂພລາຮອນແລະໄປໂພລາຮອນຈະທຳນໍາທີ່ເປັນຕົວພາປະຈຸໃນໂມເລກຸລ ຈຶ່ງເປັນຕົວບອກຮະດັບກາຣໂດປ່າກຮະດັບກາຣໂດປ່າກຂຶ້ນໃນປະມານນ້ອຍຈະທຳໃຫ້ໄດ້ໂພລາຮອນສູງ ແຕ່ໜາກເພີ່ມຮະດັບກາຣໂດປ່າກໃຫ້ສູງຂຶ້ນຈະທຳໃຫ້ເກີດເປັນ ໄປໂພລາຮອນຂຶ້ນ ຜຶ່ງທັ້ງໂພລາຮອນແລະໄປໂພລາຮອນນີ້ຈະເຄີ່ອນທີ່ພາປະຈຸໄປຕລອດຄວາມຍາວຂອງພອລີເມອຣີ ໂດຍທີ່ໄປໂພລາຮອນຈະມີໜ້ອງວ່າຮ່ວ່າງແບພັບງານທີ່ແບກກ່າວ ທຳໃຫ້ອື່ນເລື້ອກຕຣອນສາມາດເຄີ່ອນທີ່ເຕັ້ງຢັກວ່າໂພລາຮອນ [14] ດັ່ງກາພທີ່ 2.4



ກາພທີ່ 2.4 ກ. ແບພັບງານຂອງພອລີເມອຣີທີ່ໄມ້ໄດ້ຜ່ານກາຣໂດປ

ຂ. ສຖານະໂພລາຮອນມີສປິນເທົກກັບ $\frac{1}{2}$ (ຮະດັບກາຣໂດປຕໍ່າ)

ຄ. ສຖານະໄປໂພລາຮອນມີສປິນເທົກກັບ 0 (ຮະດັບກາຣໂດປສູງ) [14]

ສໍາໜັບກະບວນກາຮັດວຽກສັງເຄຣະໜີ່ພອລີເມອຣີນໍາໄຟຟ້າລັບນິວຂອງໂລດທະດ້ວຍວິທີອື່ນເລື້ອກໂທຣພອລີເມອຣີໄວ້ເຫັນຄືວ່າເປັນຂໍອດີຍ່າງມາກ ເນື່ອຈາກສາມາດກຳນົດປະມານກາຮັດປົງກົງວຽຍຂອງມອນອເມອຣີໄດ້ ທຳໃຫ້ໄດ້ສົມບັດທາງກາຍກາພແລະທາງເຄມີໄດ້ຕາມທີ່ຕ້ອງກາຣ ອາທີເຊັ່ນ ຄວາມເສດຖິກ ການນໍາໄຟຟ້າ ແລະໂຄຮງສ້າງສຳຄັນສູ່ານ ເປັນຕົ້ນ ໂດຍສົມບັດຂອງພອລີເມອຣີນໍາໄຟຟ້າຈະຂຶ້ນອູ່ກັບກວາວໃນ

กระบวนการอิเล็กโทรโพลิเมอร์ไวเซ็นชัน ซึ่งได้แก่ ค่าศักย์ไฟฟ้า ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้า และ คุณภาพนิ่ง องค์ประกอบของสารละลายอิเล็กโทรไอล์ต เป็นต้น [15]

พอลิเมอร์นำไฟฟ้าเมื่อผ่านการโดปแล้วจะมีค่าการนำไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ดังตัวอย่างแสดงในตารางที่ 2.1 การโดปด้วยวิธีเคมีไฟฟ้าเกิดจากขั้วไฟฟ้าจะส่งผ่านประจุไฟฟ้ารีดอกซ์ให้แก่พอลิเมอร์นำไฟฟ้า ขณะที่ไอออนจากสารละลายอิเล็กโทรไอล์ตจะแพร่เข้าหรือออกจากโครงสร้างของพอลิเมอร์แทนที่ประจุไฟฟ้า

ตารางที่ 2.1 โครงสร้างและค่าการนำไฟฟ้าของพอลิเมอร์นำไฟฟ้าที่ผ่านการโดป [16]

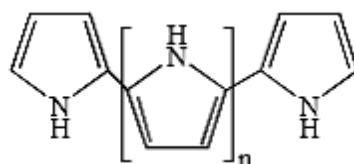
พอลิเมอร์	โครงสร้าง	วิธีการโดป (doping)	ค่าการนำไฟฟ้า (S/cm)
Polyaniline		เคมีไฟฟ้า เคมี (HCl, R-SO3H)	1-400
Polypyrrole		เคมีไฟฟ้า เคมี (FeCl3, BF3)	10 ² -10 ³
Polyacetylene		เคมีไฟฟ้า เคมี (AsF5, I2, Li, K)	10 ⁴ -10 ⁵
Poly (p-phenylene)		เคมี (AsF5, I2, Li, K)	10 ² -10 ³
Polythiophene		เคมีไฟฟ้า เคมี (FeCl3, BF3)	10-10 ³
Poly (phenylenesulfide)		เคมี (AsF5)	100-500

2.4.1 พอลิพิร์โรล

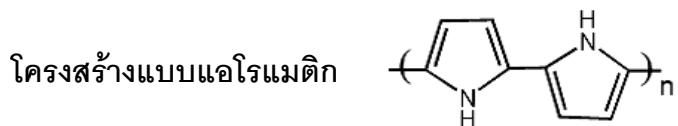
พอลิพิร์โรล (Polypyrrole) เป็นพอลิเมอร์นำไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายตั้งแต่ปี ค.ศ.1916 เป็นต้นมา โดยเริ่มแรกนั้นได้ทำการสังเคราะห์พิร์โรลมอนومอร์โดยวิธีทางเคมี แต่พอลิพิร์โรลที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยวิธีเคมีไฟฟ้าโดยเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของพิร์โรลมอนومอร์ การสังเคราะห์ด้วยวิธีนี้ จะทำให้พอลิพิร์โรลที่ได้มีสมบัติในการนำไฟฟ้าสูง [17]

2.4.1.1 โครงสร้างของพอลิพิร์โรล

พอลิพิร์โรลได้มีการศึกษาด้วยวิธีทางเคมีหลายรูปแบบ เพื่อที่จะทำความเข้าใจในเรื่องโครงสร้างทางเคมีและทางไฟฟ้าของพอลิเมอร์นำไฟฟ้านิดนี้ แต่ด้วยโครงสร้างของพอลิพิร์โรลนั้นไม่สามารถละลายในตัวทำละลายอินทรีย์ได้ ทำให้การวิเคราะห์เป็นไปได้ยาก นอกจากนี้โครงสร้างที่แท้จริงของพอลิพิร์โรลนั้นมีความซับซ้อนมากกว่าโครงสร้างในคุณคติ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญมากในการหาข้อมูลโครงสร้างที่แน่นอน เพื่อถูกความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทางกายภาพอย่างเข่นสมบัติการนำไฟฟ้า สมบัติเชิงกล สมบัติทางความร้อนและความเสถียรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อที่จะพัฒนาและออกแบบพอลิพิร์โรลให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป โครงสร้างในคุณคติของพอลิพิร์โรลแสดงได้ดังภาพที่ 2.5 โดยทั่วไปจุดเด่นของพอลิพิร์โรลประกอบไปด้วยโครงสร้างแบบวงแหวนแอโรเมติกและโครงสร้างแบบคิวโนยด์ตั้งแสดงในภาพที่ 2.6 โดยโครงสร้างแบบแอโรเมติกแสดงถึงโครงสร้างของพอลิเมอร์ที่ยังไม่ผ่านกระบวนการการโดป ส่วนโครงสร้างแบบคิวโนยด์นั้นแสดงถึงโครงสร้างของพอลิเมอร์ที่ผ่านการโดปแล้ว



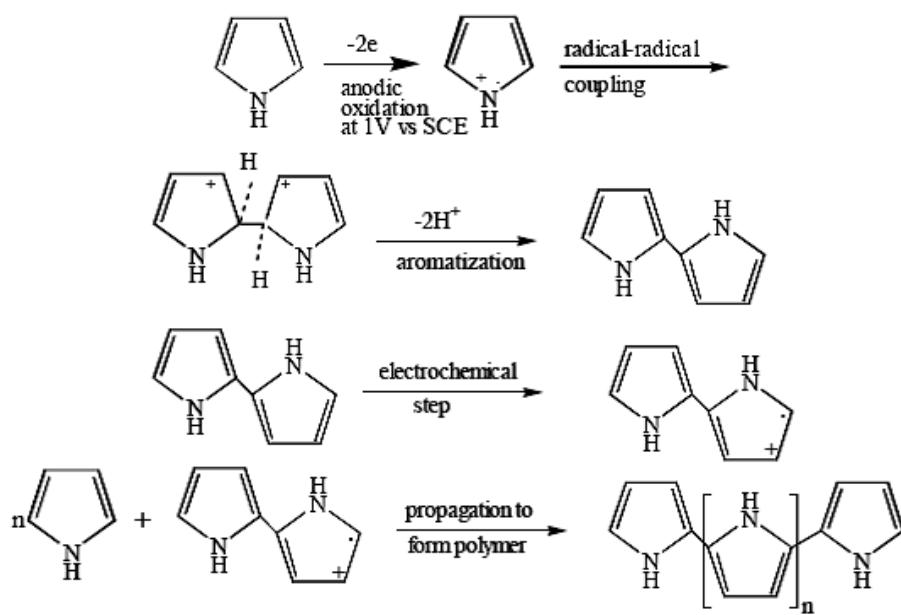
ภาพที่ 2.5 โครงสร้างพอลิพิร์โรล [18]



ภาพที่ 2.6 โครงสร้างแบบแอโรเมติกและแบบคิโนยด์ของพอลิพิร์โรล [18]

2.4.1.2 กลไกการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไฮเซ็นของพอลิพิร์โรล

ในขั้นตอนการสังเคราะห์จะเหมือนการสังเคราะห์ด้วยวิธีทางเคมีไฟฟ้า โดยทั่วไป คือ ทำการป้อนกระแสผ่านเซลล์ไฟฟ้าเคมีที่มีสารละลายที่บรรจุอนุมอเมอร์พิร์โรลอยู่ จากนั้นมอนومเออร์จะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันกลาญเป็นพิล์มพอลิเมอร์บนผิวของข้าไฟฟ้าทำงาน โดยกลไกการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไฮเซ็นนั้น ในขั้นแรกจะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของพิร์โรลอนุมอเมอร์ เกิดเป็นแรดิคัลประจุบวก ซึ่งแรดิคัลนี้สามารถจับตัวกับแรดิคัลประจุบวกตัวอื่นต่อได้ โดยตำแหน่งที่ประจุบวกจับตัวกันนั้นคือ ตำแหน่งอัลฟ่า เป็นตำแหน่งที่มีความหนาแน่นของอิเล็กตรอนสูงที่สุด จากนั้นจะมีการดึงโปรดอนออกกลาญเป็นสารแอโรเมติก เมื่อแรดิคัลรวมตัวกันแล้วอนุมอเมอร์จะกลาญเป็นไดเมอร์ซึ่งง่ายต่อการเกิดออกซิเดชันมากขึ้น การเกิดออกซิเดชันหลายๆ ครั้งและการจับตัวกันของแรดิคัลนี้นำไปสู่สายโซ่พอลิเมอร์ที่ยาวขึ้นกลาญเป็นพอลิเมอร์ โดยกลไกแสดงได้ดังภาพที่ 2.7



ภาพที่ 2.7 กลไกการเกิดพอลิพิร์โรล [18]

2.4.1.3 ปัจจัยที่มีผลต่อสมบัติของพอลิพิร์โรล [19]

ผลของโลหะ พอลิพิร์โรลฟิล์มสามารถทำการสังเคราะห์ด้วยวิธีเคมีไฟฟ้าบนข้าวของโลหะได้หลายชนิด เช่น คาร์บอน แพลทินัม ทอง ไทเทเนียม อะลูมิเนียม เหล็กกล้าไร้สนิม และเงิน เป็นต้น โดยในการใช้แพลทินัมเป็นข้าวไฟฟ้า ค่าศักย์ไฟฟ้าในการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของพิร์โรลจะเพิ่มขึ้น ในขณะที่ค่าความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าจะลดลงเมื่อใช้ไทเทเนียม เหล็ก หรืออะลูมิเนียมเป็นข้าวไฟฟ้าเนื่องจากโลหะเหล่านี้สามารถเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันได้ง่ายกว่าพิร์โรลมอนомерทำให้เกิดการก่อตัวของออกไซด์ฟิล์มบนผิวของโลหะ ซึ่งจะต้านการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนระหว่างการสังเคราะห์ด้วยวิธีทางเคมีไฟฟ้า

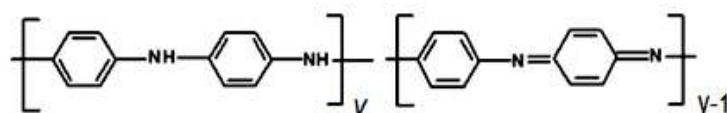
ผลของสารตัวเติม ไม่เลกุลของพอลิเมอร์ที่ผ่านกระบวนการโดปแล้วจะมีประจุบวกหรือลบเกิดขึ้นบนสายโซ่หลัก และมีสารเจือปนที่มีประจุตรงกันข้าม (Counterion) กับไมเลกุลพอลิเมอร์ช่วยเพิ่มความเสถียรให้กับโครงสร้างของพอลิเมอร์ พอลิเมอร์สามารถเปลี่ยนสภาพตัวเองเป็นสภาพที่สามารถนำไฟฟ้าได้เมื่อผ่านการโดป และสามารถกลับไปสู่สภาพที่เป็น中原子ได้เมื่อผ่านการ Dedoping โดยการให้ความต่างศักย์ไฟฟ้าจากภายนอกเข้าไปคล้ายกับการชาร์ตแบตเตอรี่แบบชาร์ตไฟได้ โดยไออกอนในสารละลายที่ใช้ในการสังเคราะห์จะส่งผลต่อสมบัติ

ของโครงสร้างพอลิเมอร์ที่สังเคราะห์ได้ด้วยสารเจือปนที่มีประจุตรงกันข้ามกับโมเลกุลพอลิเมอร์ใช้เป็นสารละลายนับสนุน (Supporting electrolyte) ในกระบวนการสังเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้าควรจะสามารถละลายได้ในสารละลามอนโอมีร์ไม่ทำปฏิกิริยาทางเคมีกับสารอื่นหรือข้าวไฟฟ้า มีความเสถียรที่ค่าศักย์ไฟฟ้าที่มอนโอมีร์เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันหรือรีดักชัน

2.4.2 พอลิแอนิลีน [20]

พอลิแอนิลีน (Polyaniline) ถูกค้นพบมากกว่าหนึ่งศตวรรษ โดยเรียกว่า “แอนิลีนแบล็ค” ได้จากการสังเคราะห์ทางเคมี มีโครงสร้างแบบวงแหวนหากเหลี่ยม และมีสถานะของการเกิดออกซิเดชันหลายรูปแบบ จนกระทั่ง Mac Diarmid และคณะ [10] ได้ค้นพบความสามารถในการนำไฟฟ้าของพอลิแอนิลีนในรูปแบบของเกลือของเอมเมอร์รอลดีน โครงสร้างทั่วไปของพอลิแอนิลีนแสดงได้ดังภาพที่ 2.8 ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน คือ Reduced repeating units และ Oxidized repeating units โดยโครงสร้างของพอลิแอนิลีนนี้แตกต่างจากโครงสร้างของพอลิเมอร์นำไฟฟ้าตัวอื่น เช่น พอลิพิร์โอล และพอลิไทโอลีน โดยพอลิแอนิลีนนี้มีสถานการณ์เกิดออกซิเดชัน 3 สถานะด้วยกัน คือ 1. รีดิวซ์แบบเต็มตัว จะมีค่า $y = 1$ ตามสูตรโครงสร้าง เรียก รูปแบบนี้ว่า ลูโคเอมเมอร์รอลดีน (Leucoemeraldine) 2. ออกซิไดซ์แบบครึ่งหนึ่ง มีค่า $y = 0.5$ เรียก เอมเมอร์รอลดีล (Emeraldine) 3. ออกซิไดซ์แบบเต็มตัว มีค่า $y = 0$ เรียก เพอร์นิกรานิลีน (Pernigraniline) โดยโครงสร้างของพอลิแอนิลีนที่อยู่ในรูปแบบของเอมเมอร์รอลดีนให้ค่าการนำไฟฟ้าสูงสุด [10]

พอลิแอนิลีนเป็นพอลิเมอร์นำไฟฟ้าประเภท π -conjugated linear polymers คือ มีโมเลกุลสายยาวที่ภายในโครงสร้างประกอบด้วยพันธะเดี่ยวสลับพันธะคู่ทำให้อิเล็กตรอนสามารถเคลื่อนที่ไปได้ตามอิริพิทธ์ที่เกิดการซ้อนเหลือมกัน ประกอบด้วย $-NH-$ ต่อด้านข้างกับวงแหวนของพินิลีนในสายโซ่ของพอลิเมอร์ โดยการเพิ่มprotoon การกำจัดprotoonออก และสมบัติทางกายภาพและเคมีของพอลิแอนิลีนเขียนอยู่กับหมู่ $-NH-$ สามารถนำไปได้ประมาณ 10 ชีเมนต์ต่อตารางเซนติเมตร [18] มีสมบัติเด่นคือ มีความเสถียรในสถานะต่าง ๆ มีความสามารถป้องกันการกัดกร่อน และสังเคราะห์ง่าย [13]



Reduced repeating units

Oxidized repeating units

ภาพที่ 2.8 โครงสร้างทั่วไปของพอลิแอนิลีน [21]

จากภาพที่ 2.8 สมบัติการนำไฟฟ้าของพอลิแอนิลีนจะขึ้นอยู่กับหน่วยของ Reduced repeating แทนด้วย y โดยจากสมบัติดังกล่าวสามารถแบ่งฟอร์มของพอลิแอนิลีนที่ไม่นำไฟฟ้า และนำไฟฟ้าได้แสดงดังตารางที่ 2.2 โดยพอลิแอนิลีนที่ไม่นำไฟฟ้าสามารถเปลี่ยนให้นำไฟฟ้าได้ในรูปของเกลือของเอมเมอร์วอลดีน ซึ่งมีสีเขียวและมีค่าการนำไฟฟ้าประมาณ 1-400 ซีเมนต์ต่อเซนติเมตร [16] จากกระบวนการโดยแบ่งเป็น 2 วิธีโดยการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Oxidation doping) กับสารออกซิเดนส์ เช่น FeCl_3 หรือโดยทางเคมีไฟฟ้าของลูโคเอมเมอร์วอลดีนเบส (LEB) และการเกิดprotoเนชัน (Protonation doping) ของเอมเมอร์วอลดีนเบส (EB) จากการทำปฏิกิริยาของ EB กับกรดแก่ เช่น กรดชัลฟิววิก กรดไฮโดรคลอโริก เป็นต้น ซึ่งทั้ง 2 วิธีแสดงดังภาพที่ 2.9

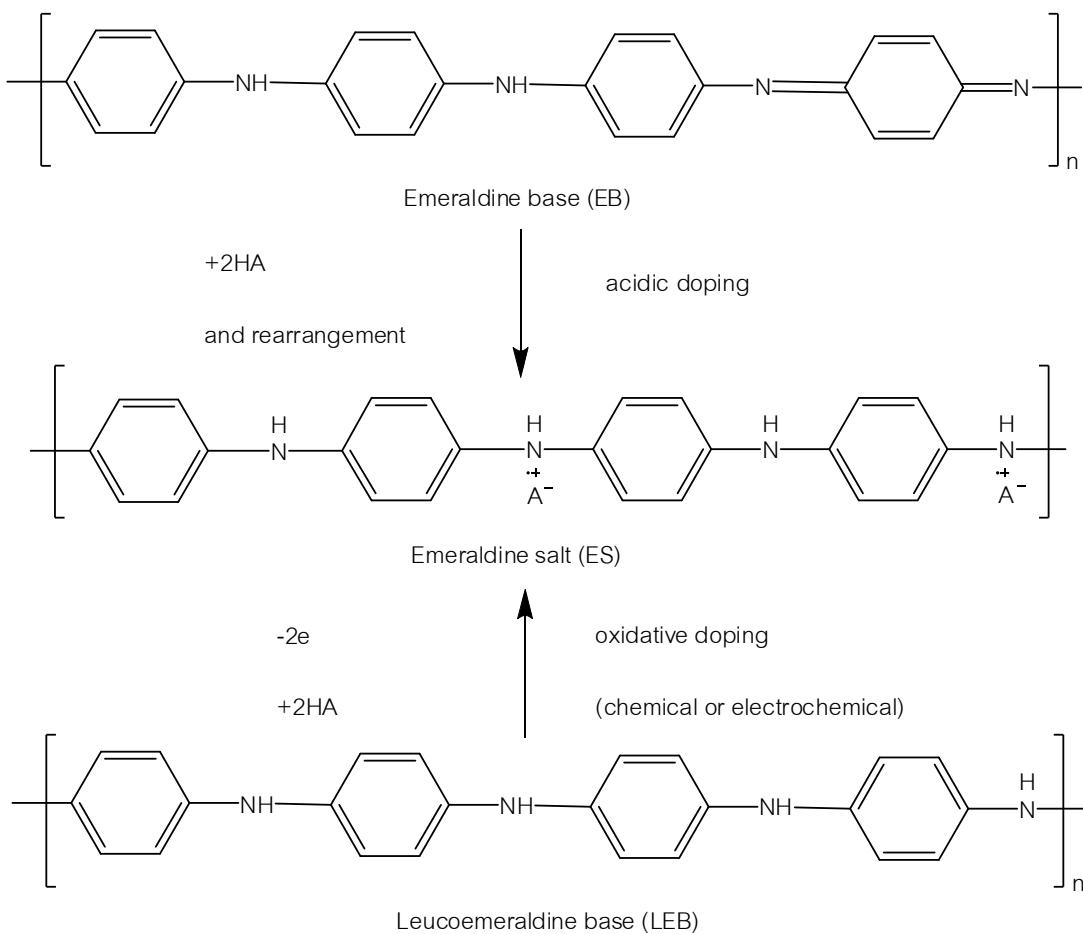
ตารางที่ 2.2 รูปแบบที่แตกต่างกันของพอลิแอนิลีน [16]

y	ชื่อ	สี	ค่าการนำไฟฟ้า (Scm^{-1})
1 (รูปแบบถูกรีดิวช์)	ลูโคเอมเมอร์วอลดีน เบส (PANI-LEB)	เหลือง	$< 10^{-5}$
0.5	เอมเมอร์วอลดีนเบส (PANI-EB)	ฟ้า	$< 10^{-5}$
0 (รูปแบบถูก ออกซิเดช์)	เพอร์วินิกรานอลีน (PANI-PNB)	ม่วง	$< 10^{-5}$
	เกลือของเอมเมอร์ วอลดีน (PANI-ES)	เขียว	$\sim 1-400$

2.4.2.1 การสังเคราะห์พอลิแอนิลีน

พอลิแอนิลีนโดยส่วนใหญ่เป็นการสังเคราะห์ทางเคมี (Chemical polymerization) ซึ่งเป็นการทำปฏิกิริยาออกซิเดชันของแอนิลีนกับสารออกซิเดนส์ เช่น แอมโมเนียมเปอร์ซัลเฟต (Ammonium persulfate, $(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_8$) โพแทสเซียมไนโตรเจนเปอร์ออกไซด์ (Potassium dichromate, $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$) หรือ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (Hydrogen peroxide, H_2O_2) เป็นต้น โดยจะทำการพอลิเมอไรเซชันในภาวะกรดซึ่งในภาวะกรดทำให้เกิดการละลายของมอนомнอมอร์ รวมทั้งเกิดการจัดรูปแบบนำ

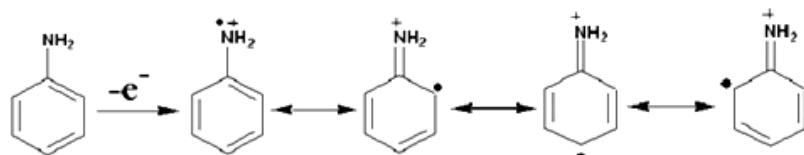
ไฟฟ้า (PANI-ES) หรือโดยทางเคมีไฟฟ้า (Electrochemical polymerization) โดยการสังเคราะห์พอลิเอนิลีนจะทำการสังเคราะห์บนขั้วไฟฟ้า เช่น แพลทินัมอัลลอยด์ อะลูมิเนียม และเหล็กกล้าไร้สนิม นอกจากนี้การสังเคราะห์พอลิเอนิลีนแบบอื่นๆ มี วิธีการหลายวิธี เช่น Photochemical initiated polymerization, Enzyme-catalyzed polymerization หรือ Polymerization employing electron acceptors [22] โดยวิธีการสังเคราะห์จะขึ้นอยู่กับลักษณะการนำไปใช้งาน เช่น ต้องการเตรียมแบบ พิล์มนบาง ควรจะสังเคราะห์แบบเคมีไฟฟ้า ซึ่งเป็นวิธีที่ได้รับความสนใจโดยจะทำการสังเคราะห์พอลิเมอร์บนผิวของโลหะต่างๆ เพื่อป้องกันการกัดกร่อน



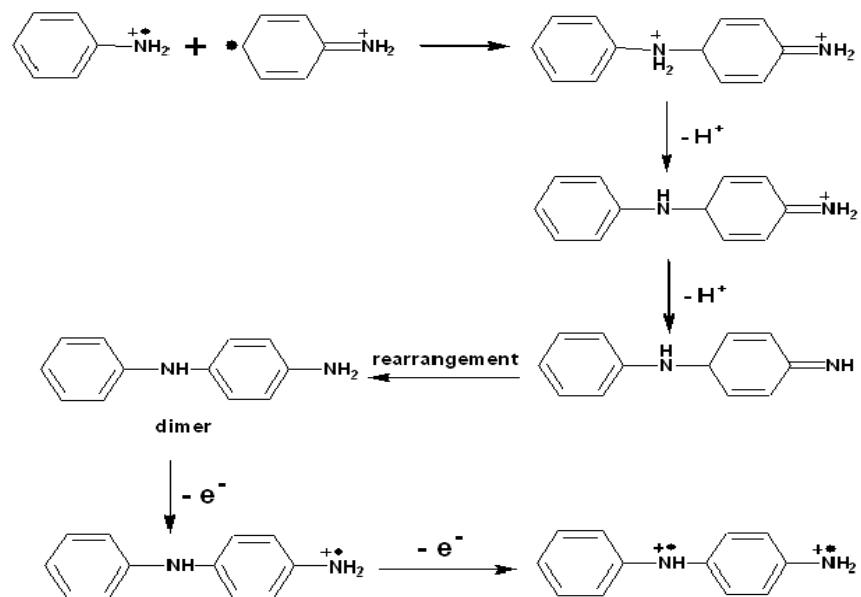
ภาพที่ 2.9 กลไกกระบวนการดีปของพอลิเอนิลีน [22]

2.4.2.2 กลไกการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์เรซันของพอลีแอนิลีน

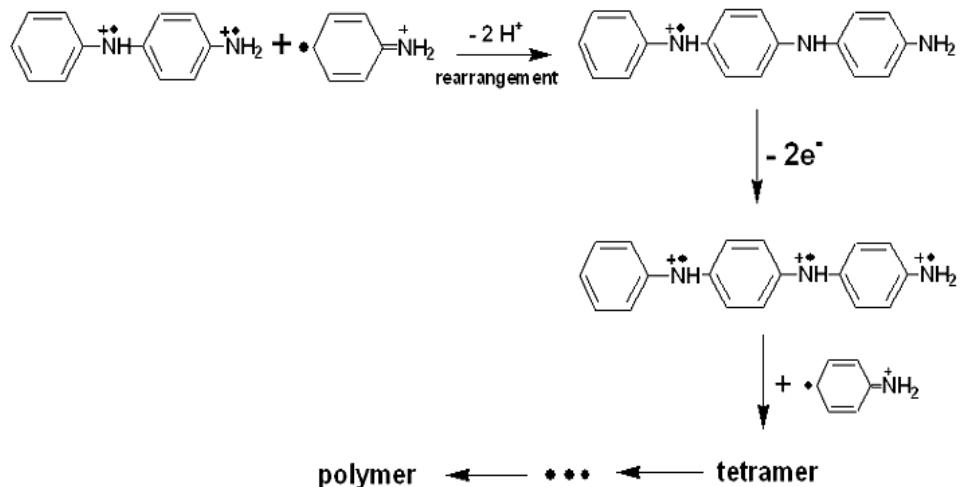
กลไกการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์เรซันของการสังเคราะห์พอลิแอนิลีนทางเคมี และทางเคมีไฟฟ้า เกิดดังนี้ ขั้นที่ 1 เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของแอนิลีนมอนโอมอร์ได้เป็นแรดิคัลประจุบวกของมอนโอมอร์แอนิลีน และเกิดโครงสร้างเรโซแนنس หลายรูปแสดงดังภาพที่ 2.10 ขั้นที่ 2 แรดิคัลประจุบวกของมอนโอมอร์แอนิลีนเกิดการรวมตัวกัน (Coupling) ในตัวกลางภาชนะกรด และมีการดึง proton ออก (Deprotonation) ได้เป็นไดเมอร์ ซึ่งจะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของไดเมอร์ แสดงดังภาพที่ 2.11 ขั้นสุดท้ายเป็นขั้นขยายสายโซ่โดยแรดิคัลประจุบวกของไดเมอร์ จะรวมตัวกับแรดิคัลประจุบวกของแอนิลีนเกิดเป็นไตรเมอร์ เตตระเมอร์ และสายโซ่พอลิเมอร์ ตามลำดับ แสดงดังภาพที่ 2.12



ภาพที่ 2.10 ขั้นการเกิดแรดิคัลประจุบวกของแอนิลีน และโครงสร้างเรโซแนنسแบบต่างๆ [21]



ภาพที่ 2.11 ขั้นการรวมตัว และการดึง proton เกิดเป็นไดเมอร์ และเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของไดเมอร์ [21]



ภาพที่ 2.12 ขั้นขยายสายโซ่ได้เป็นพอลิเมอร์ [21]

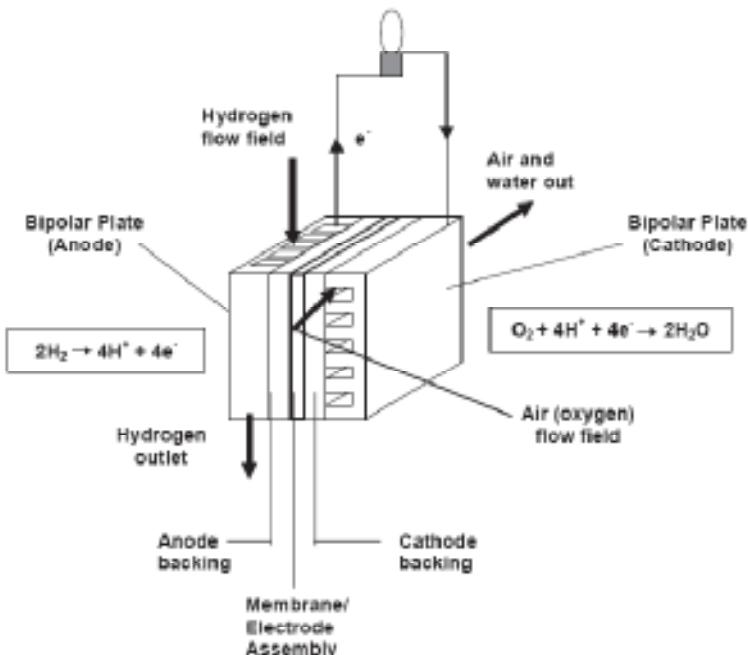
2.5 แผ่นนำกระแสไฟฟ้าแบบสองขั้ว (Bipolar plate) [23]

แผ่นนำกระแสไฟฟ้าแบบสองขั้ว (Bipolar plate) เป็นส่วนประกอบหลักที่อยู่ในเซลล์เชื้อเพลิง ซึ่งทำหน้าที่นำกระแสไฟฟ้าระหว่างเซลล์ รับายความร้อนและนำที่เกิดขึ้นภายในเซลล์ เป็นทางเดินของสารตั้งต้นในเซลล์เชื้อเพลิง ซึ่งได้แก่ แก๊สไฮโดรเจนและออกซิเจน ในการออกแบบเซลล์เชื้อเพลิงชนิดพีเอ็ม (PEMFC) แผ่นนำกระแสไฟฟ้าแบบสองขั้วได้ถูกคิดคันและพัฒนา โดยใช้วัสดุที่มีคุณภาพและมีราคาที่เหมาะสม โดยวัสดุที่นิยมนำมาสร้างเป็นแผ่นนำกระแสไฟฟ้าแบบสองขั้ว คือ แกรไฟฟ์ เนื่องจากมีสมบัติที่โดดเด่นในด้านการนำไฟฟ้า และการทนทานการกัดกร่อนได้ดี แต่มีข้อเสีย คือ มีน้ำหนักสูง แก๊สสามารถซึมผ่านได้บ้าง และยากต่อการขึ้นรูปเนื่องจากแข็งและเปราะ อีกทั้งมีค่าใช้จ่ายในการผลิตที่สูงเมื่อเทียบกับวัสดุที่เป็นโลหะอย่างเช่น อะลูมิเนียม เหล็กกล้าไร้สนิม นิกเกิล ไททาเนียม เป็นต้น ทำให้ได้มีการทดลองนำโลหะมาใช้แทนวัสดุประเภทแกรไฟฟ์ โดยโลหะมีสมบัติทางเคมีกลที่สูง มีความทนต่อแรงสั่นสะเทือน ไม่มีการซึมผ่านของแก๊ส และมีค่าใช้จ่ายในการผลิตและดูแลรักษาที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับวัสดุประเภทแกรไฟฟ์ อย่างไรก็ตามข้อเสียของโลหะคือ เกิดการกัดกร่อนในภาวะกรดภายนอก เช่นในเซลล์เชื้อเพลิงได้ง่าย จึงมีการใช้วัสดุที่สามารถทนกรดกร่อนได้ อย่างเช่น เหล็กกล้าไร้สนิม หรือหัววัสดุที่สามารถเคลือบผิวของโลหะเหล่านี้ได้เพื่อป้องกันการกัดกร่อน สมบัติสำคัญที่จำเป็นต่อแผ่นนำกระแสไฟฟ้าแบบสองขั้วแบบโลหะคือ มีประสิทธิภาพในการป้องกันการกัดกร่อนที่สูง และค่าความต้านทานที่ผิวสัมผัสต่ำ เช่นเดียวกับแกรไฟฟ์ มีสมบัติเชิงกลสูง ความสามารถในการซึมผ่านของแก๊สต่ำ และไม่แข็งเปราะเหมือน

แกร์ไฟต์ โลหะที่ได้รับความสนใจนำมาทำแผ่นนำกระแสงไฟฟ้าสองขั้ว ได้แก่ ไททาเนียม เหล็กกล้าไร้สนิม และอะลูมิเนียม ถึงแม้ว่าโลหะเหล่านี้สามารถเกิดการกัดกร่อนได้ แต่ด้วยคุณสมบัติของตัวโลหะสามารถสร้างขั้นของออกไซด์ฟิล์มบนผิวได้ จึงเป็นการป้องกันการกัดกร่อนได้ในระดับหนึ่ง แต่ส่งผลให้ความต้านทานไฟฟ้าของโลหะสูงขึ้น ดังนั้นเพื่อให้เหมาะสมสำหรับใช้งานในเซลล์เชือกเพลิง โลหะที่นำมาทำแผ่นนำกระแสงไฟฟ้าสองขั้วจึงควรผ่านกระบวนการเคลือบโลหะ (Coating) ก่อน

2.5.1 ส่วนประกอบและสมบัติของแผ่นนำกระแสงไฟฟ้าแบบสองขั้ว [24]

ส่วนประกอบที่สำคัญของเซลล์เชือกเพลิงชนิดพื้นที่อิ่มประกอบไปด้วยขั้วด้านแอกโนด ขั้นของเมมเบรน เยื่อแผ่นประกอบขั้วไฟฟ้า (MEA) และ ขั้วด้านแคโทดที่อยู่ระหว่างแผ่นนำกระแสงไฟฟ้า 2 แผ่น ที่ทำหน้าที่เหมือนเป็นขั้วด้านแอกโนดและด้านแคโทด ดังแสดงในภาพที่ 2.13



ภาพที่ 2.13 ส่วนประกอบภายในเซลล์เชือกเพลิงชนิดพื้นที่อิ่ม [24]

โดยหน้าที่ของแผ่นนำกระแสงไฟฟ้าแบบสองขั้วประกอบไปด้วย

1. แจกจ่ายแก๊สเชือกเพลิงและออกซิเดนซ์ภายในเซลล์
2. จัดการระบบนำเข้า-ออก ที่เกิดขึ้นภายในเซลล์
3. ทำการแยกเซลล์ภายในชั้นเซลล์ (Stack) ออกจากกัน
4. ถ่ายเทกระแสภายในเซลล์
5. จัดการควบคุมความร้อนที่เกิดขึ้นภายในเซลล์

ดังนั้นวัสดุที่ใช้ทำเป็นแผ่นนำกระแสงไฟฟ้าแบบสองขั้วควรจะมีสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมีต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการนำไปใช้งานดังตารางที่ 2.3

ตารางที่ 2.3 สมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมีของวัสดุที่ใช้ทำเป็นแผ่นนำกระแสงไฟฟ้าแบบสองขั้ว [24]

หน้าที่การทำงาน	สมบัติทางกายภาพและทางเคมี
1. แจกจ่ายแก๊สเชื้อเพลิงและออกซิเดนซ์ภายในเซลล์	1. ป้องกันการซึมผ่านของแก๊ส
2. ถ่ายเทกระแสงภายในเซลล์	2. ป้องกันการกัดกร่อน
3. จัดการความร้อนที่เกิดขึ้นภายในเซลล์	3. นำไฟฟ้าและนำความร้อนได้ดี
4. ทำการแยกเซลล์ภายในชั้นเซลล์ออกจากกัน	4. ทนต่อแรงกดอัด

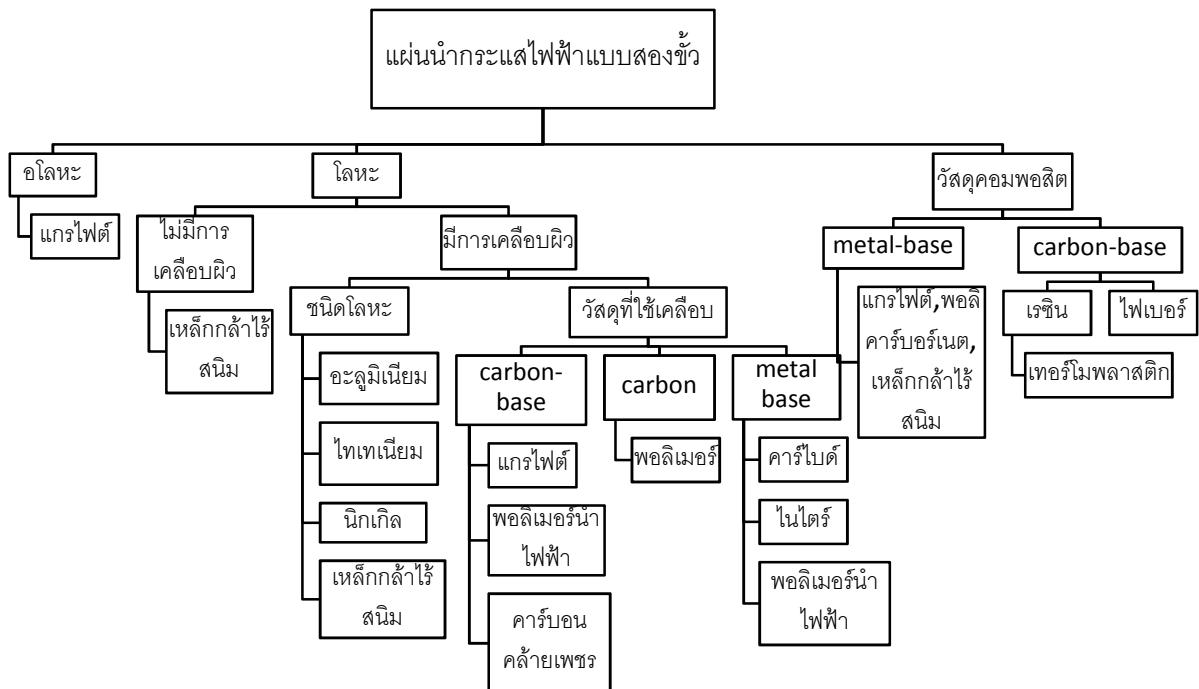
การเตรียมวัสดุเพื่อใช้เป็นแผ่นนำกระแสงไฟฟ้าแบบสองขั้วนั้นจะอยู่บนพื้นฐานของความทันทันต่อสารเคมี ความทนทานต่อการกัดกร่อน ค่าการนำกระแสงไฟฟ้าสูง การแพร่ผ่านของแก๊ส หรือความสามารถในการให้แก๊สซึมผ่านมีค่าต่ำ และค่าการนำความร้อนที่ดี จึงมีค่ามาตรฐานของวัสดุที่จะใช้ทำแผ่นนำกระแสงไฟฟ้าแบบสองขั้วดังแสดงในตารางที่ 2.4

ตารางที่ 2.4 สมบัติที่ต้องการของแผ่นนำกระแสงไฟฟ้าแบบสองขั้วสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงชนิดพื้นที่ [25]

สมบัติ	หน่วย	ค่า
ความเค้นแรงตึง – ASTM D638	MPa	>41
ความทนการดัดโค้ง – ASTM D790	MPa	>59
การนำไฟฟ้า	Scm^{-1}	>100
อัตราการกัดกร่อน	μAcm^{-2}	<1
ความทนทานการกัดกร่อน ($\text{pH}<4$)	μAcm^{-2}	< 16
ความต้านทานเชิงสัมผัส	$\text{m}\Omega\text{cm}^{-2}$	<20
การซึมผ่านแก๊สไฮโดรเจน	cm^3	$<2 \times 10^{-6}$
น้ำหนัก	kg/kW	<1
การนำความร้อน	$\text{W} (\text{mK})^{-1}$	>10

2.5.2 ประเภทของแผ่นนำกระแสไฟฟ้าแบบสองขั้ว [26]

การจำแนกประเภทของแผ่นนำกระแสไฟฟ้าแบบสองขั้วนั้นจะทำการจำแนกตามวัสดุที่ใช้แบ่งออกเป็น 3 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ 1. วัสดุประเภทแกรไฟต์ โดยแผ่นนำกระแสไฟฟ้าแบบสองขั้วชนิดนี้ทำมาจากของผสมแกรไฟต์ที่ประกอบด้วยแกรไฟต์ที่เป็นผลึก (Crystalline graphite) ที่มีสารเติมแต่ง (Additive) และตัวประสาน (Binder) มาขึ้นรูปด้วยเครื่องอัดขึ้นรูป (Compression molding) แล้วนำไปให้ความร้อน (Heat treatment) ในภาวะที่ปราศจากแก๊สออกซิเจน 2. วัสดุโลหะ กระบวนการโลหะทำแผ่นนำกระแสไฟฟ้าแบบสองขั้ว เนื่องจากโลหะนำกระแสไฟฟ้าและความร้อนได้ดีแก๊สซึมผ่านเนื้อโลหะได้ยาก แต่เนื่องจากข้อจำกัดเรื่องการกัดกร่อนของโลหะจึงมีการเคลือบผิวเพื่อป้องกันการกัดกร่อนด้วย ตัวอย่างของโลหะที่ใช้ ได้แก่ เหล็กกล้าไร้สนิม นิกเกิล ไทเทเนียม อะลูมิเนียม และโลหะผสม 3. วัสดุคอมโพสิต คือวัสดุที่เกิดจากการนำวัสดุตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปมาผสมรวมกันเพื่อปรับปรุงสมบัติ สาเหตุที่ต้องมีการนำวัสดุรวมกันนั้นก็ เพราะสมบัติหรือข้อดี-ข้อเสียที่แตกต่างกัน แต่เมื่อนำมารวมกันแล้วทำให้ได้วัสดุที่มีสมบัติที่ดีขึ้นเหมาะสมในการนำมาใช้งาน โดยการผสมนั้นจะต้องทำในสัดส่วนและวิธีการที่เหมาะสมกลายเป็นวัสดุcarbонคอมโพสิตที่มีสมบัติต่างๆ ดังนี้ ในการจำแนกประเภทและการเบรียบเทียบวัสดุที่ใช้ทำเป็นแผ่นนำกระแสไฟฟ้าแบบสองขั้วนั้นแสดงได้ดังภาพที่ 2.14 และตารางที่ 2.5 ตามลำดับ



ภาพที่ 2.14 การจำแนกประเภทของวัสดุที่ใช้ทำเป็นแผ่นนำกระแสไฟฟ้าแบบสองขั้วที่ใช้ในเซลล์เชือเพลิง [24]

ตารางที่ 2.5 การเปรียบเทียบวัสดุที่นิยมนำมาใช้เป็นแผ่นนำกระแสงไฟฟ้าแบบสองชั้ว [27]

วัสดุ	สภาพนำไฟฟ้า (S/cm)	ข้อดี	ข้อเสีย
แกรไฟต์ (คาร์บอน- คาร์บอน)	200-300	<ul style="list-style-type: none"> - มีความเสถียร - ความหนาแน่นจำเพาะต่ำ - ความต้านทานสัมผัสกับไฟฟ้าต่ำ - ความต้านทานการกัดกร่อนสูง 	<ul style="list-style-type: none"> - ราคาแพง - เปราะ - มีความหนา
คอมพอสิต	50-200	<ul style="list-style-type: none"> - ความหนาแน่นต่ำ - อายุการใช้งานยาวนาน - มีสมบัติหลากหลาย 	<ul style="list-style-type: none"> - ใช้เครื่องมือในการผลิตที่ซับซ้อน - สมบัติแตกต่างทิศทางไม่เท่ากัน - นำกลับมาใช้ใหม่ได้ยาก
โลหะ	$\sim 5.5 \times 10^5$	<ul style="list-style-type: none"> - ค่าการนำความร้อนสูง - สามารถรีไซเคิลได้ - ผลิตภัณฑ์ได้มีความสม่ำเสมอ 	<ul style="list-style-type: none"> - ต้องการการเคลือบทองทินก่อนกัดกร่อนได้ - เป็นพิษต่อเยื่อแลกเปลี่ยน - เกิดชนวนออกไซด์ที่พื้นผิว

2.6 เหล็กกล้าไร้สนิม [28]

เหล็กที่พับเห็นมากเกิดสนิมได้ง่าย เพราะในบรรยายกาศที่มีความชื้น โดยสนิมที่เกิดขึ้นจะหนาขึ้นเรื่อยๆ และเกิดขึ้นต่อไปอย่างไม่มีกำหนด การผสมธาตุโครงเมียมป์มานสูงๆ ในเหล็กจะช่วยทำให้เหล็กมีความต้านทานต่อการเกิดสนิมได้มากขึ้น จนกระทั่งไม่เกิดสนิมแม้อุ่นน้ำ หรือสารละลายที่เป็นกรดเจือจาง เหล็กที่มีสมบัติดังกล่าวในชื่อรู้จักกันดีในนามของ "เหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless steel)" ซึ่งถูกค้นพบโดยนักโลหะวิทยาชาวอังกฤษชื่อ Harry Brearley เมื่อปี พ.ศ.

2456 โดยลักษณะเด่นของเหล็กกล้าไร้สนิม คือ มีความต้านทานการกัดกร่อนสูง ผิวเงางาม ทนความร้อนได้ดี ขึ้นชูปได้ดี และสามารถทำการเชื่อมได้ง่าย การเติมโครเมียมในเหล็กพบว่าต้องมีปริมาณโครเมียมมากกว่าร้อยละ 12 เนื่องจากในเหล็กทั่วไปจะมีคาร์บอนผสมอยู่ เมื่อผสมโครเมียมลงไป โครเมียมจะปะรำมตัวกับคาร์บอน ทำให้ปริมาณโครเมียมในเหล็กลดลงต่ำกว่าร้อยละ 12 ทำให้เหล็กไม่มีสมบัติต้านทานการเป็นสนิม โดยทั่วไปจะนิยมผสมโครเมียมร้อยละ 15-18 เพื่อให้ปริมาณโครเมียมสูงกว่าร้อยละ 12 โครเมียมเมื่อร่วมกับออกซิเจนเกิดเป็นโครเมียมออกไซด์ มีลักษณะเป็นฟิล์มที่เกาะติดแน่นและมีความทึบ จนเป็นเสมือนเกราะป้องกันการทำปฏิกิริยาของโลหะกับบรรยากาศ การกัดกร่อนจึงหยุดลง แต่หากฟิล์มโครเมียมออกไซด์ที่เคลือบผิวถูกทำลายออกไปในภาวะที่สามารถเกิดสนิมได้ เช่น เกิดรอบขีดข่วนบริเวณผิวที่มีความชื้นอยู่ ทำให้ผิวเหล็กเกิดปฏิกิริยากับความชื้นและออกซิเจนภายในเป็นสนิมได้ นอกจากโครเมียมแล้ว ยังมีธาตุที่นิยมผสมลงไปในเหล็กเพื่อเพิ่มความต้านทานการกัดกร่อน เพิ่มความแข็ง เพิ่มความหนึ่งไว้ ฐานเหล็ก ได้แก่ นิกเกิล โมลิบดินัม ไทเทเนียม และทองแดง โดยการเติมธาตุนิกเกิลลงไปในเหล็กกล้าไร้สนิม จะทำให้เหล็กกล้าไร้สนิมทนการกัดกร่อนได้ดีขึ้น แต่เนื่องจากนิกเกิลมีราคาแพง จึงทำให้เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดนี้มีราคาค่อนข้างสูง เหล็กกล้าไร้สนิมเกรดที่นิยม คือ เหล็กกล้า 18:8 ซึ่งเป็นเหล็กกล้าที่มีโครเมียมผสมอยู่ร้อยละ 18 และนิกเกิลร้อยละ 8 ใช้ทำเครื่องครัว ภาชนะบรรจุอาหาร วางบันได ประตูรั้วและอื่นๆ

2.6.1 ประเภทของเหล็กกล้าไร้สนิม

การแบ่งแยกหรือจำแนกประเภทของเหล็กกล้าไร้สนิมนั้นสามารถทำได้ด้วยวิธีการเพิ่มหรือลดจำนวนของส่วนผสมที่เป็นธาตุแต่ละตัว ยกตัวอย่างเช่น การเพิ่มนิกเกิลจะช่วยทำให้โครงสร้างออกสเตนไนท์ (Austenitic) ของเหล็กมีความมั่นคงยิ่งขึ้น จึงจัดว่าเหล็กกล้าไร้สนิม ประเภทที่มีจำนวนนิกเกิลสูงจะมีโอกาสของการไม่เกิดเป็นแม่เหล็กเจือปนสูงตามไปด้วย ในขณะที่การเพิ่มคาร์บอนจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงและความทนทาน อย่างไรก็ตามความสามารถลดต้นทุนด้วยการเพิ่มแมงกานีสแทนนิกเกิล ซึ่งมีราคาถูกกว่าเพื่อให้ได้เหล็กกล้าไร้สนิมที่มีสมบัติคงที่ได้กล่าวมาข้างต้นได้ เช่นกัน

เหล็กกล้าไร้สนิมสามารถจำแนกออกได้เป็น 5 ประเภท ได้แก่

1. เหล็กกล้าไร้สนิมเฟอริติก (Ferritic grade) ที่มีสมบัติไม่เป็นแม่เหล็ก เหล็กกล้าไร้สนิมประเภทนี้มีธาตุโครเมียมเป็นส่วนผสมหลัก และมีคาร์บอนกับนิกเกิลในปริมาณต่ำ มีราคาถูกเมื่อเทียบกับประเภทที่สอง

2. เหล็กกล้าไร้สนิมอสเตนนิติก (Austenitic grade) ที่มีสมบัติไม่เป็นแม่เหล็ก ชาตุประกอบสำคัญของเหล็กกล้าไร้สนิมประเภทนี้ประกอบด้วย 3 ชาตุ คือ คาร์บอน โครเมียม และนิกเกิลหรือแมงกานีส จะมีสมบัติทนทานต่อการกัดกร่อนดีกว่าเหล็กกล้าไร้สนิมประเภทแรก ในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะนิยมใช้เหล็กกล้าไร้สนิมประเภทนี้ โดยมีการแบ่งเกรดดังนี้
- เหล็กกล้าไร้สนิม 304
เป็นเกรดที่นิยมใช้กันมากที่สุด เนื่องจากมีราคาถูกเมื่อเทียบกับคุณภาพ โดยมีโครเมียมร้อยละ 18 และนิกเกิลร้อยละ 8 เป็นส่วนผสมโดยประมาณ มีคุณสมบัติดังนี้ ความต้านทานต่อการกัดกร่อนดี สามารถขึ้นรูปเย็นและเชื่อมได้ดี ตัวอย่างการใช้งานคือเป็นอุปกรณ์ในกระบวนการผลิต เช่น ในชีวิตประจำวัน และอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม เช่น เครื่องใช้ในบ้าน ภาชนะเครื่องครัว เครื่องหุงต้มความดัน แทงค์น้ำ อ่างซักอบ ส้ม และงานตกแต่ง เป็นต้น
 - เหล็กกล้าไร้สนิม 316
มีโครเมียมร้อยละ 16 ถึง 18 และนิกเกิลร้อยละ 11 ถึง 14 เป็นส่วนผสมโดยประมาณ และมีการเพิ่มโมลิบดีนัมเพื่อที่จะเพิ่มความต้านทานการกัดกร่อนในบรรยากาศแบบเจาะเป็นรู (Pit type attack) ให้กับเหล็ก ตัวอย่างการใช้งานเหล็กกล้าไร้สนิมเกรด 316 เช่น กระบวนการทางเคมีต่างๆ อุตสาหกรรมการผลิตกระดาษ และการผลิตเครื่องดื่ม และอาหาร ในกรณีที่อยู่ภายใต้ภาวะสิ่งแวดล้อมกัดกร่อนอย่างรุนแรง ควรมีปริมาณโมลิบดีนัมอย่างน้อยร้อยละ 2
 - 3. เหล็กกล้าไร้สนิมมาრ์เทนซิติก (Martensitic grade) เป็นประเภทที่มีส่วนผสมของชาตุโครเมียม โมลิบดีนัม และคาร์บอน แต่ไม่มีนิกเกิลเป็นส่วนผสม ดังนั้นเหล็กกล้าไร้สนิมประเภทนี้จึงไม่มีสมบัติความต้านทานการกัดกร่อน แต่จะมีสมบัติในส่วนของความแข็งแรง และทนทาน เนื่องจากมีคาร์บอนเป็นตัวที่ช่วยเพิ่มสมบัตินี้ อย่างไรก็ตามยังมีข้อเสีย คือยิ่งแข็งแรงมากขึ้น ก็สามารถเปราะแตกหักได้ง่าย
 - 4. เหล็กกล้าไร้สนิมดูเพล็กซ์ (Duplex grade) เป็นเหล็กกล้าไร้สนิมที่มีโครงสร้างของเหล็กกล้าไร้สนิมประเภทแรกผสมกับประเภทที่สอง มีชาตุโครเมียมร้อยละ 19 – 28 และโมลิบดีนัมสูงกว่าร้อยละ 5 จะมีความต้านทานแรงดึงและค่าความยืดหยุ่น จึงเรียกได้ว่ามีทั้งความแข็งแรงและความเหนียวงู ใช้งานมากในที่ที่มีคลอรอไนเตรตสูง
 - 5. เหล็กกล้าไร้สนิมอบซูบแข็งด้วยการตกผลึก (Precipitation-hardening grade) เหล็กกล้าไร้สนิมประเภทนี้มีสูตรผสมคือ โครเมียม และนิกเกิล มีสมบัติของการต้านทานการกัดกร่อน

และความแข็งแรงทนทานได้ดี เหล็กกล้าก่อร่องน้ำสามารถทำการชุบแข็งได้ จึงเหมาะสมสำหรับทำแกนปั๊ม หัวవาล์ว

2.6.2 ธาตุและการให้สมบัติของธาตุที่ผสมลงในเนื้อเหล็กกล้าไร้สนิม [29]

เหล็กกล้าไร้สนิมจะมีหลายเกรดซึ่งขึ้นอยู่กับการผสมธาตุต่างๆ ลงไปในเนื้อเหล็กกล้าไร้สนิม ซึ่งสามารถปรับปรุงคุณสมบัติให้ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานต่างๆ ได้ ซึ่งธาตุสำคัญที่ใช้ผสมมีดังนี้

- โครเมียม

โครเมียมจะต้องผสมอยู่ในเนื้อของเหล็กกล้าไร้สนิมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10.5 ซึ่งจะสามารถสร้างฟิล์มโครเมียมออกไซด์ (Passive film) บนผิวโลหะได้ ทำให้เหล็กกล้าไร้สนิมมีความต้านทานการกัดกร่อนไม่เกิดสนิมได้ง่ายในทุกๆ การใช้งาน

- 尼克เกิล

เมื่อเติมธาตุ尼克เกิลในปริมาณที่มากพอเข้าไปในเนื้อเหล็กกล้าไร้สนิมจะทำให้โครงสร้างผลึกของเหล็กกล้าไร้สนิมให้เปลี่ยนเป็นแบบออกสเตนท์ ซึ่งถ้าปริมาณ尼克เกิลไม่พอ จะทำให้โครงสร้างภายในเป็นโครงสร้างออกสเตนไนต์อย่างสมบูรณ์ไม่ได้ แต่จะมีโครงสร้างภายในเป็นแบบดูเพล็กซ์

- โมลิบดีนัม

ธาตุโมลิบดีนัมมีสมบัติในการปรับปรุงการสร้างฟิล์มป้องกันการกัดกร่อน (Passive film) ทำให้เกิดการป้องกันได้ดีขึ้น โดยเฉพาะการกัดกร่อนแบบสนิมขุม (Pitting corrosion) และทนต่อสภาพแวดล้อมที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูง

- คาร์บอน

ธาตุคาร์บอนทำให้เหล็กมีความแข็งเพิ่มขึ้นและสามารถรวมตัวกับธาตุอื่นเกิดเป็นคาร์ไบด์ ซึ่งช่วยเพิ่มสมบัติการต้านทานการสึกหรอ โดยปกติแล้วเหล็กกล้าไร้สนิมควรจะมีธาตุคาร์บอนผสมอยู่ไม่เกินร้อยละ 0.08 โดยน้ำหนัก เนื่องจากองค์ประกอบของคาร์บอนสูงจะลดความยืดหยุ่น

- ไทเทเนียม

เป็นธาตุที่ผสมในเนื้อเหล็กกล้าไร้สนิมเพื่อลดการกัดกร่อนตามขอบเกรนที่เกิดจากการเชื่อมที่สามารถป้องกันการกัดกร่อนชนิดนี้ได้เนื่องจากคาร์บอนจะมาร่วมตัวเป็น

ไทยเนียมเกิดเป็นไทยเนียมคาร์บอป๊ด นอกจจากไทยเนียมแล้ว ยังมีราตุอื่นๆ เช่น ไนโตรเจน แทนทาลัม ซึ่งจะใช้ในลวดเชื่อม เป็นส่วนใหญ่เพื่อทดแทนไทยเนียม

2.7 การกัดกร่อน [30]

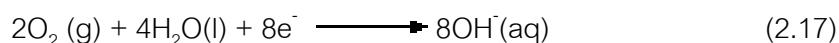
การกัดกร่อน (Corrosion) คือ การเสื่อมสภาพของโลหะที่ทำให้สมบัติของโลหะ เปลี่ยนไป ในทางแย่ลงโดยโลหะเปลี่ยนไปเป็นสารประกอบของโลหะหรือที่เรียกว่าสนิม ดังภาพที่ 2.15 ซึ่ง เป็นผลิตภัณฑ์ของการกัดกร่อนเป็นเหตุให้โลหะเกิดความเสียหาย จึงมีการค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนา ผลิตภัณฑ์ที่ได้ให้มีความต้านทานการกัดกร่อนสูง สามารถใช้ได้แม่ในสิ่งแวดล้อมที่มีฤทธิ์กัดกร่อน

เมื่อโลหะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันหรือถูกออกซิไดซ์ จะมีการกร่อนของโลหะนั้น ๆ เกิดขึ้น ดังนั้นหลักของการป้องกันการกร่อนก็คือ การป้องกันไม่ให้โลหะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันนั้นเอง โลหะที่มีค่า E° ครึ่งเซลล์ดักชันสูงที่สุด ได้แก่ ทองคำจะสามารถทนต่อการกร่อนได้มากที่สุด ทองคำจึงเป็นโลหะมีค่า แพลทินัม เจ็น และทองแดงที่มีค่า E° ครึ่งเซลล์ดักชันเป็นบวกก็มี ความสามารถทนต่อการกร่อนได้รองลงมา ส่วนโลหะอื่น ๆ ก็จะเป็นโลหะที่ถูกออกซิไดซ์ได้ง่าย นั่นคือเมื่อออกสารกร่อนได้ง่ายกว่า ตัวอย่างการกร่อนที่พบบ่อยและชัดเจนคือการเกิดสนิมเหล็กหรือ การเกิดออกไซด์ของเหล็ก เหล็กเป็นสนิมได้ก็ต่อเมื่อมีแก๊สออกซิเจนและน้ำอยู่ด้วย ปฏิกิริยาการ เกิดสนิมเหล็กค่อนข้างซับซ้อนและมีลักษณะเฉพาะตัว แต่เชื่อว่ามีขั้นตอนที่สำคัญคือ

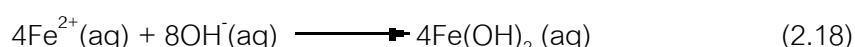
ปฏิกิริยาออกซิเดชันเกิดขึ้นเมื่อพื้นผิวส่วนหนึ่งของเหล็กทำหน้าที่เป็นแอดไนด์ ดังสมการ



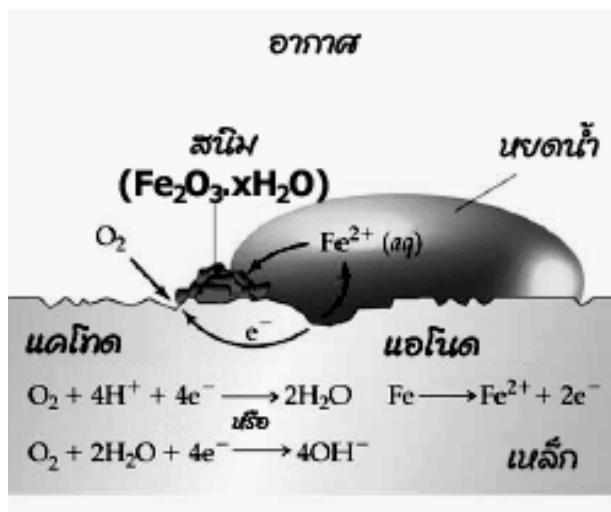
ออกซิเจนถูกปฏิวัติที่ผิวอีกส่วนหนึ่งของเหล็กซึ่งทำหน้าที่เป็นแคนไทด์ เมื่อมีน้ำอยู่ด้วย ดังสมการ



และมีปฏิกิริยาต่อเนื่องต่อไปคือ

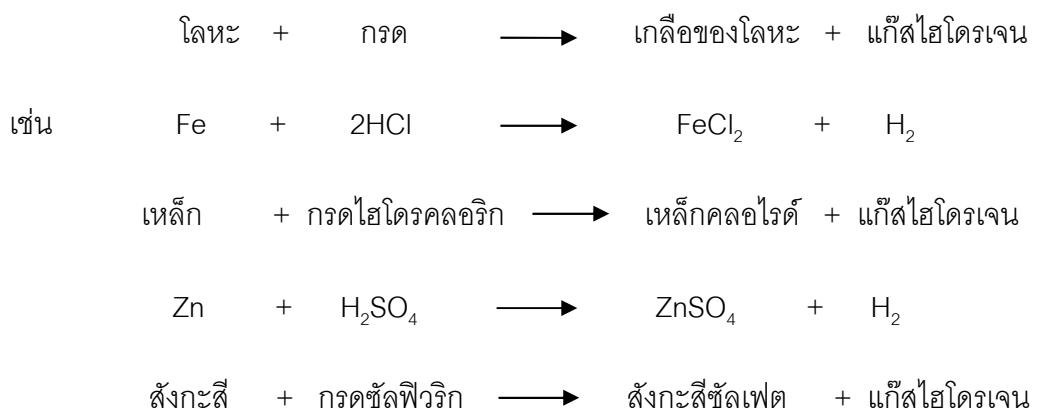


$\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ คือสนิมเหล็ก



ภาพที่ 2.15 การเกิดสนิมบนผิวเหล็ก [31]

โลหะส่วนใหญ่จะเกิดการผุกร่อนได้ง่าย เมื่อ โลหะสัมผัสกับสารที่มีสมบัติเป็นกรด



2.7.1 ชนิดการผุกร่อน [32]

ชนิดของการผุกร่อนสามารถที่จะแบ่งออกได้โดยอาศัยรูปที่ม่องเห็นของโลหะที่ผุกร่อน โดยที่การผุกร่อนหลาย ๆ ชนิด สามารถที่จะชี้เฉพาะได้ดังนี้

2.7.1.1 การกัดกร่อนแบบสม่ำเสมอ (Uniform or general attack corrosion) เป็นแบบครอบคลุมที่สุด การผุกร่อนมีทั่วไปตลอดผิวที่ติดกับอิเล็กโทรไลต์ โลหะจะบางลงจนกระทั่งใช้งานไม่ได้

2.7.1.2 การกัดกร่อนแบบกัลวานิก (Galvanic or two – metal corrosion) การผุกร่อนแบบนี้ต้องมีโลหะ 2 ชนิดประจคบกันเป็นเซลล์ไฟฟ้า โดยโลหะที่เป็นแอนโอดจะผุกร่อนดังที่ได้กล่าวมาแล้ว การผุกร่อนอาจจะเกิดเฉพาะจุดหรือมีอาการแตกหักได้

2.7.1.3 การกัดกร่อนแบบหลุม (Pitting corrosion) เป็นการกัดกร่อนเฉพาะที่ (Localized attack) รูปแบบหนึ่ง การกัดกร่อนแบบนี้ทำให้เกิดความเสียหายได้แม้สูญเสียน้ำหนักโลหะเพียงเล็กน้อยแต่เป็นอันตราย เพราะมักเป็นการเสียหายแบบฉับพลัน โดยจะหลุดเป็นรูและยกที่จะตรวจหา เพราะขนาดเล็กและอาจถูกปกคลุมด้วยผลิตภัณฑ์จาก การกัดกร่อน (Corrosion product) การกัดกร่อนแบบเป็นหลุมมักจะเกิดกับโลหะที่ผิวเป็นออกไซด์ฟิล์ม ซึ่งจะทำให้มีแรงขับ (Driving force) ที่จะทำให้เกิดกระแสน้ำที่มีคลื่นไวด์เป็นองค์ประกอบ เช่น น้ำทะเล

2.7.1.4 การกัดกร่อนบริเวณขอบเกรน (Intergranular and knife-line attack) การผุกร่อนแบบนี้มักจะเกิดกับเหล็กกล้ารีสันมนติ 18-8 (คือ โครเมียมร้อยละ 18 นิกเกิลร้อยละ 8) ที่ได้รับการอบชุบเหล็กกล้า (heat treatment) มาไม่ถูกต้อง ทำให้ปริมาณของโลหะโครเมียมจะมีน้อยกว่าปกติ โดยที่เหล็กชนิดนี้อาศัยโครเมียมเป็นตัวป้องกันการผุกร่อน (เพราะเกิดเป็นโครเมียมออกไซด์ป้องกันผิว)

2.7.1.5 การกัดกร่อนบริเวณชอก (Crevice corrosion) เป็นรูปแบบของการกัดกร่อนทางเคมีไฟฟ้าที่สามารถเกิดขึ้นได้ในรอยแยก รอยร้าว และภายในตัวกระป๋องกันผิวที่ซึ่งมีสารละลาย (น้ำ) อยู่

2.7.1.6 การกัดเซาะ (Erosion corrosion) มักจะมีให้เห็นได้มากในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ต้องใช้กับน้ำหรือในของเหลวที่มีความเร็วสูง เช่น ใบพัดของเครื่องสูบน้ำ ข้อเสี้ยวยของท่อ ฯลฯ การผุกร่อนเป็นไปโดยเด่นชัด อย่างรุ่มกัน คือการกัดกร่อนทางเคมีไฟฟ้าแบบรวมๆ และจากแรงกระแทกของน้ำหรือผงอื่น ๆ ที่มา กับน้ำ

2.7.1.7 การแตกหักจากแรงเค้นและการกัดกร่อน (Stress corrosion) การผุกร่อนแบบนี้เป็นผลของการกัดกร่อนรวมกับความเค้นในเนื้อโลหะ โดยมักเริ่มเกิดจากการกัดกร่อนที่จุดใดจุดหนึ่งบนผิวโลหะแบบหลุม ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของการกัดกร่อนประเภทนี้ โดยที่ก้นของหลุมจะมีความเค้นเพิ่มขึ้นมาก จนทำให้โลหะแยกออกจากกันได้

2.7.2 การป้องกันการเกิดการกัดกร่อน

การยับยั้งการกัดกร่อนสามารถทำได้หลายวิธี ทั้งโดยการออกแบบคุปกรณ์ไม่ให้อีกต่อไป การกัดกร่อนบางประเภท เช่น หลักเลี้ยงการเชื่อมต่อโลหะต่างชนิดเข้าด้วยกันอันจะนำไปสู่การกัดกร่อนแบบกัลวานิก (Galvanic corrosion) หรือการลดปริมาณคลอรัวต์ในอ่อนเพื่อป้องกันการกัดกร่อนแบบหลุม (Pitting corrosion) หรือการเติมสารเคมีบางชนิดเข้าไปในระบบเพื่อยับยั้งปฏิกิริยาออกซิเดชัน หรือแม้แต่การยับยั้งปฏิกิริยาเรตักชัน ก็สามารถให้ผลในการลดการกัดกร่อนได้ เพราะการกัดกร่อนในเชิงเคมีไฟฟ้านั้นเป็นปฏิกิริยาเรตักชัน โดยการป้องกันการเกิดการกัดกร่อนมีหลายวิธี ดังนี้

2.7.2.1 การเลือกโลหะใช้งาน

เป็นการเลือกชนิดของโลหะหรืออัลลอยด์ให้เหมาะสมกับประเภทของงาน ซึ่งถือว่า เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกัน

2.7.2.2 การเปลี่ยนภาวะแวดล้อม

การเปลี่ยนภาวะแวดล้อมให้มีการกัดกร่อนลดลง สามารถทำได้โดยการเปลี่ยนแปลงสารตัวกลาง ได้แก่ ลดคุณภาพ การลดความเร็ว การกำจัดออกซิเจนหรือตัวออกซิไดซ์และการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้น หรือ การใช้สารยับยั้ง

2.7.2.3 การป้องกันแบบทำให้โลหะใช้งานเป็นข้าวแคโทด

เป็นการทำให้วัสดุที่ใช้งานทุกส่วน มีหน้าที่เสมือนข้าวแคโทดในเซลล์ไฟฟ้าเคมีโดยเกิดการไหลกลับของอิเล็กตรอน และใส่กระแสงไฟฟ้าจากภายนอกเข้าไปในโครงสร้าง

2.7.2.4 การป้องกันโดยการเคลือบ แบ่งออกเป็น

1) การเคลือบด้วยสารอินทรีย์ เช่น การทาสี การเคลือบผิว

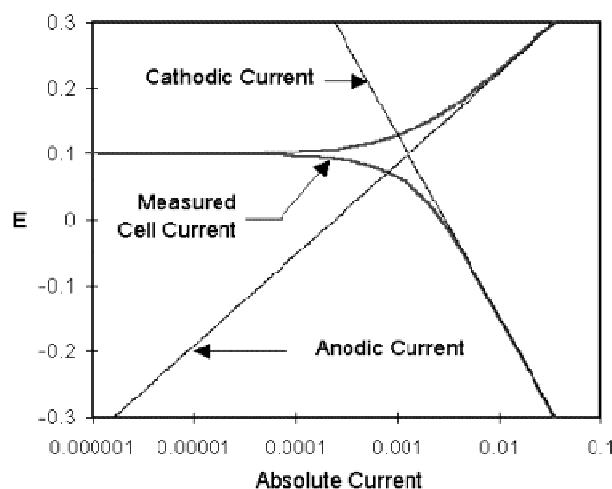
2) การเคลือบด้วยโลหะ เช่น การชุบโลหะ

3) วิธีอิเล็กโทรโอลิเมอร์ เช่นวิธีที่เป็นวิธีหนึ่งในเรื่องการป้องกันการเกิดการกัดกร่อนบนพื้นผิว โดยมีวัสดุที่เคลือบเป็นพอลิเมอร์ ทั้งนี้เนื่องจากความสอดคล้องในการเคลือบ ราคาถูก และมีความทนทานเหมาะสมต่อการใช้งาน

2.7.3 การกัดกร่อนทางเซลล์เคมีไฟฟ้า [33]

โดยโดยส่วนใหญ่เกิดการกัดกร่อนผ่านทางปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้าระหว่างผิวน้ำของโลหะกับสารละลายอิเล็กโทรไลต์ ซึ่งอัตราการกัดกร่อนจะถูกกำหนดโดยสมดุลระหว่างปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้าที่ตรงข้ามกัน ปฏิกิริยาแรกคือปฏิกิริยาแอนอดิก โลหะจะถูกออกซิไดซ์และปลดปล่อยอิเล็กตรอนออกมานอกจากนี้คือ ปฏิกิริยาแคโทดิก ซึ่งไอออนในสารละลาย (มักจะเป็น O_2 หรือ H_2) จะถูกอิเล็กตรอนในโลหะ เมื่อสองปฏิกิริยานี้อยู่ในสมดุลกันอัตราการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนในแต่ละปฏิกิริยาจะเท่ากัน และจะไม่มีการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนสูญเสียใดๆ อีกต่อไป ทั้งสองปฏิกิริยาสามารถเกิดขึ้นในโลหะเดียวกันหรือเกิดขึ้นในโลหะสองชนิดที่แตกต่างกัน ซึ่งมีการเรียกว่า “การกัดกร่อนทางไฟฟ้า”

ภาพที่ 2.16 เป็นแผนภาพของกระบวนการเกิดการกัดกร่อน แกนตั้งแสดงค่าศักย์ไฟฟ้า และแกนนอนแสดงค่าผลของการวิทีมสัมบูรณ์ของกระแสไฟฟ้า ค่ากระแสไฟฟ้าทางทฤษฎีของปฏิกิริยาแอนอดิก และปฏิกิริยาแคโทดิกจะแสดงเป็นเส้นตรง โดยเส้นตรงจะเป็นค่ากระแสผลรวมของกระแสจากปฏิกิริยาแอนอดิกและแคโทดิกทั้งหมด ค่ากระแสไฟฟ้านี้จะถูกวัดเมื่อมีการป้อนค่าศักย์ไฟฟ้าเข้าไปที่จุดแหลมของเส้นโค้ง ซึ่งเป็นจุดที่กระแสไฟฟ้าได้แสดงสัญญาณว่ามีการเปลี่ยนปฏิกิริยาจากแอนอดิกเป็นแคโทดิก จุดแหลมนี้เกิดจากการใช้แกนผลของการวิทีมีความจำเป็นมากเนื่องจากค่ากระแสไฟฟ้าที่ต้องการแสดงในกราฟมีช่วงกว้างมาก และเนื่องจากเกิดปรากฏการณ์สร้างฟิล์มป้องกัน (Passivity) หรือภาวะที่โลหะและโลหะผสมมีแนวโน้มในการเกิดปฏิกิริยาต่ำ



ภาพที่ 2.16 การเกิดการกัดกร่อนแสดงให้เห็นถึงค่าประกอบของกระแสแอนอดิกและแคโทดิก [33]

จากภาพที่ 2.16 ค่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อนของโลหะคือ ค่าเฉลี่ยระหว่างปฏิกิริยาเอนไซดิก และแอดโกลติกที่สมดุล จะสังเกตได้ว่าค่ากระแสไฟฟ้าของแต่ละครึ่งปฏิกิริยาขึ้นอยู่กับศักย์ทางเคมีไฟฟ้าของโลหะ สมมติว่าในปฏิกิริยาเอนไซดิก โลหะที่ให้อิเล็กตรอนออกมากเกินพอจะทำให้ระดับศักย์ไฟฟ้าเคมีของโลหะมีความเป็นลบมากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดการเกิดปฏิกิริยาเอนไซดิกและจะเร่งการเกิดปฏิกิริยาแอดโกลติก

โดยศักย์ไฟฟ้าสมดุลที่เกิดจากทั้งปฏิกิริยาเอนไซดิกและแอดโกลติกที่ค่า E_{corr} จะเรียกว่า ค่ากระแสไฟฟ้ากัดกร่อน (Corrosion current, I_{corr}) ซึ่งถ้าสามารถวัดค่า I_{corr} ได้จะสามารถใช้ค่านี้ในการคำนวณการกัดกร่อนได้ แต่ถ้าไม่สามารถวัดค่า I_{corr} ได้โดยตรงก็สามารถหาค่านี้ได้จากเทคนิคทางเคมีไฟฟ้า โดยในระบบของการกัดกร่อนใดๆ ค่า I_{corr} และอัตราการกัดกร่อนจะมีความสัมพันธ์กับตัวแปรในระบบหลายตัวเช่น ชนิดของโลหะ สมบัติทางกายภาพของโลหะ องค์ประกอบของสารละลาย อุณหภูมิ และการเคลื่อนที่ของสารละลาย

โลหะหลายชนิดเมื่อเกิดการกัดกร่อนจะมีการก่อตัวของออกไซด์ขึ้นบนพื้นผิวขณะที่ถูกกัดกร่อน ถ้าพื้นผิวออกไซด์สามารถยับยั้งการเกิดการกัดกร่อนต่อไปได้พื้นผิวนั้นจะถูกเรียกว่า พิล์มป้องกัน ในบางกรณีพื้นผิวของพิล์มป้องกันอาจแตกออกแล้วทำให้เกิดการกัดกร่อนในพื้นที่เล็กน้อยซึ่งปรากฏการณ์นี้เรียกว่า การกัดกร่อนแบบหลุม

ในการศึกษาการกัดกร่อนด้วยวิธีเคมีไฟฟ้า โลหะตัวอย่างจะถูกจุ่มลงในสารละลายอิเล็กโทรไรต์ และมีการจุ่มเข้าไฟฟ้าเพิ่มเข้าไปในสารละลาย ข้าไฟฟ้าทั้งหมดจะถูกต่อเข้ากับอุปกรณ์ที่เรียกว่าโพเทนชิโอลล์stat (Potentiostat) เครื่องโพเทนชิโอลล์statจะสามารถเปลี่ยนค่าศักย์ไฟฟ้าที่ให้กับโลหะ และทำการวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่เหลือออกมานี้เป็นพังก์ชันกับค่าศักย์ไฟฟ้าได้ โดยจะทำงานสมดุลของกระบวนการเกิดการกัดกร่อน ทำให้ค่าศักย์ไฟฟ้าของโลหะตัวอย่างที่จุ่มลงในสารละลายถูกบังคับให้มีค่าออกห่างค่า E_{\circ} หรือเรียกอีกอย่างว่าการทำโพลาไรซ์โลหะ และการตอบสนองของโลหะตัวอย่าง (การเปลี่ยนแปลงของค่ากระแส) ที่วัดได้จะหมายถึง โลหะนั้นถูกโพลาไรซ์

ถ้าใช้เครื่องโพเทนชิโอลล์statเพื่อบังคับค่าศักย์ไฟฟ้าให้อยู่ในช่วงเอนไซดิก (ไปทางด้านค่าบวกของศักย์ไฟฟ้าจากค่า E_{\circ}) ในภาพที่ 2.16 ให้ค่าเลื่อนขึ้นไปอยู่ในช่วงบนของกราฟ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มอัตราการเกิดปฏิกิริยาเอนไซดิก (เกิดการกัดกร่อน) และลดอัตราการเกิดปฏิกิริยาแอดโกลติก เมื่อปฏิกิริยาทั้งสองไม่อยู่ในสมดุลซึ่งกันและกัน ค่ากระแสสุทธิจะเคลื่อนจากวงจรไฟฟ้ามาสู่โลหะ

ตัวอย่าง ให้สัญลักษณ์ของกราฟค่า I_{corr} เป็นเครื่องหมายบวก และถ้าบังคับให้ค่าศักย์ไฟฟ้ามีค่าออกห่างจากค่า E_{oc} เพียงพอก็จะสามารถไม่คิดค่ากราฟไฟฟ้าจากปฏิกิริยาแอดโหนดิก และวัดค่ากราฟไฟฟ้าที่มาจากการแอดโนนิเดิกเพียงอย่างเดียว ในภาพที่ 2.16 จะสังเกตเห็นว่าเส้นโนดิค่ากราฟไฟฟ้าจากเซลล์ และเส้นของกราฟไฟฟ้าแอดโนนิเดิกจะข้อนกันอยู่ทางด้านบนที่ค่าศักย์ไฟฟ้ามีค่าเป็นบวกมากๆ หรือในอีกแห่งหนึ่งคือ ในช่วงที่ค่าความต่างศักย์มีค่าเป็นลบมากๆ ค่ากราฟไฟฟ้าของแอดโหนดิกจะมีอิทธิพลกับค่ากราฟไฟฟ้าของเซลล์

ทฤษฎีการกัดกร่อนเชิงปริมาณ (Quantitative corrosion theory)

ค่าความหนาแน่นกราฟการกัดกร่อน (I_{corr}) สามารถวัดได้จากข้อมูลของค่ากราฟไฟฟ้ากับความต่างศักย์ โดยการวัดค่าลงกรณ์ที่มีของกราฟไฟฟ้ากับค่าศักย์ไฟฟ้า และค่าศักย์ไฟฟ้าตรวจสอบจะอยู่ตรงกลางของ E_{oc} จากนั้นปรับข้อมูลที่ทำการวัดให้อยู่ในรูปแบบจำลองทางทฤษฎีของการกัดกร่อน โดยสมมติว่าอัตราการกัดกร่อนของกระบวนการแอดโนนิเดิก และแอดโหนดิกจะถูกควบคุมด้วยจลนพลศาสตร์ที่เป็นของปฏิกิริยาการถ่ายโอนอิเล็กตรอนที่พื้นผิวของโลหะ โดยปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีภายในได้การควบคุมทางจลนพลศาสตร์จะเป็นไปตามสมการของทาเฟล (Tafel Equation)

$$I = I_0 \exp[2.303(E - E^0) / B] \quad (2.20)$$

โดยที่	I	=	ค่ากราฟไฟฟ้าที่ได้จากปฏิกิริยา (A)
	I_0	=	ค่าคงที่ที่ขึ้นอยู่กับปฏิกิริยา เรียกว่า Exchange Current (A)
	E	=	ค่าศักย์ไฟฟ้าของขั้วไฟฟ้า (V)
	E^0	=	ค่าศักย์ไฟฟ้าที่สมดุล (เป็นค่าคงที่ของแต่ละปฏิกิริยา) (V)
	B	=	ค่าคงที่ทาเฟลของปฏิกิริยา (เป็นค่าคงที่ของแต่ละปฏิกิริยา มีหน่วยเป็นโนลต์ต่อสิบบี, V/dec)

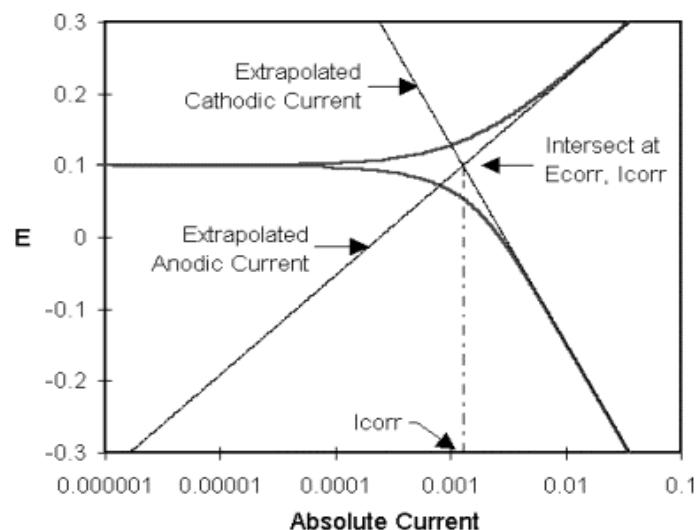
สมการทาเฟลของทั้งปฏิกิริยาแอดโนนิเดิก และแอดโหนดิกในระบบการกัดกร่อนสามารถรวมกันเกิดเป็นสมการ Butler – Volmer

$$I = I_{corr} [\exp(2.303(E - E_{corr}) / \beta_a) - \exp(-2.303(E - E_{corr}) / \beta_c)] \quad (2.21)$$

โดยที่	I	=	ค่ากราฟไฟฟ้าของเซลล์ที่วัดได้ (A)
	I_{corr}	=	ค่ากราฟไฟฟ้ากัดกร่อน (A)

$$\begin{aligned}
 E &= \text{ค่าศักย์ไฟฟ้าของขั้วไฟฟ้า (V)} \\
 E_{corr} &= \text{ค่าศักย์ไฟฟ้ากัดกร่อน (V)} \\
 \beta_a &= \text{ค่าคงที่ Anodic beta Tafel (V/dec)} \\
 \beta_c &= \text{ค่าคงที่ Cathodic beta Tafel (V/dec)}
 \end{aligned}$$

กราฟของค่าลอกการิทึมของค่ากระแสไฟฟ้ากับค่าความต่างศักย์ เรียกว่า ทาเฟลล์อต (Tafel plot) กราฟของทาเฟลล์อตในภาพที่ 2.17 จะได้จากการ Butler – Volmer โดยตรง ให้สังเกตส่วนที่เป็นเส้นตรงของกราฟค่ากระแสไฟฟ้าของเซลล์ การวิเคราะห์กราฟทาเฟลจะทำโดยการลากส่วนที่เป็นเส้นตรงของกราฟของค่าลอกการิทึมกระแสกับความต่างศักย์ย้อนกลับไปหาจุดตัดของกราฟดังแสดงในภาพที่ 2.17 ค่ากระแสไฟฟ้าของห้องแอโนไดค์ และแคโทไดค์ที่จุดตัด เรียกว่า ค่ากระแสไฟฟ้ากัดกร่อน



ภาพที่ 2.17 ค่ากระแสการกัดกร่อน และค่าศักย์ไฟฟ้ากัดกร่อนของทาเฟลล์อต [33]

2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Shine และคณะ [34] ทำการศึกษาปัญหาของการใช้เหล็กกล้าไร้สนิมในชีวิตประจำวันและเปลี่ยนเป็นไพร์โอร์โลหะ คือเรื่องการกัดกร่อนของโลหะ ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดการเจือปนของโลหะภายในเยื่อแผ่นประกอบข้าไฟฟ้า (MEA) จึงทำการศึกษาการเคลือบพิล์มพอลิพิร์โอลและพอลิเอนิลินบนผิวเหล็กกล้าไร้สนิมเพื่อบรรบป้องปัญหาที่เกิดขึ้น ด้วยเทคนิคไซคลิกโอลแทนเมทีรี (CV) และวัสดุมาทดสอบการป้องกันการกัดกร่อนและความต้านทานที่ผิวภายใต้ภาวะของชีวิตประจำวัน เช่น การกัดกร่อนของโลหะ และค่าความต้านทานที่ผิว (หรือพื้นผิวสัมผัส) อยู่ในค่าที่สามารถยอมรับได้

Hasanov และ Bilgic [35] ศึกษาการเคลือบผิวเหล็กกล้าด้วยพิล์มพอลิเมอร์ชั้นเดียว กับสองชั้นของพอลิพิร์โอลและพอลิเอนิลิน (PPY, PANI, PPY/PANI, PANI/PPY) ในสารละลายกรดออกซิลิกความเข้มข้น 0.3 มอลต่อลิตร และมอนโอมอร์ความเข้มข้น 0.1 มอลต่อลิตร ด้วยเทคนิคไซคลิกโอลแทนเมทีรี และวัสดุมาทดสอบการป้องกันการกัดกร่อนในสารละลายกรดชั้ลฟิวริกความเข้มข้น 1 มอลต่อลิตร ด้วยเทคนิคโพเทนซิโอดามิก พลาไวเซชัน เพื่อเปรียบเทียบความต่างศักย์กัดกร่อน และความหนาแน่นกระแทกต่อการกัดกร่อน ผลการทดสอบพบว่าการเคลือบด้วยพิล์มพอลิเมอร์ชั้น สามารถป้องกันการกัดกร่อนได้ดีกว่าการเคลือบด้วยพิล์มพอลิเมอร์ชั้น สามารถป้องกันการกัดกร่อนได้ดีกว่าการเคลือบของพอลิเอนิลิน/พอลิพิร์โอล

Ren และ Zeng [36] ศึกษาการเคลือบเหล็กกล้าไร้สนิมด้วยพิล์มพอลิเมอร์สองชั้น โดยชั้นแรกทำการเคลือบด้วยพอลิพิร์โอลที่ได้ด้วยโซเดียมโดเดกซิลชัลเฟต (SDS) จากเทคนิคควบคุมกระแสไฟฟ้าคงที่ และชั้นที่สองทำการเคลือบด้วยพอลิเอนิลินในสารละลายกรดชัลฟิวริกจากเทคนิคไซคลิกโอลแทนเมทีรี และวัสดุมาทดสอบการป้องกันการกัดกร่อนในสารละลายกรดไฮโดรคลอริก (HCl) ความเข้มข้น 0.3 มอลต่อลิตร โดยการวัดอิมพิแดนซ์สเปก trost กบีเชิงเคมีไฟฟ้า และพลาไวเซชัน ผลการทดสอบพบว่าการเคลือบด้วยพิล์มพอลิพิร์โอล/พอลิเอนิลินและการเคลือบด้วยพิล์มพอลิพิร์โอลสามารถเพิ่มค่าความต่างศักย์ของการกัดกร่อนได้มากกว่าชิ้นงานที่ไม่ได้เคลือบถึง 400 มิลลิโอลต์ ส่งผลให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันการกัดกร่อนได้ดี อีกทั้งการเคลือบด้วยพิล์มแบบสองชั้นจะสามารถป้องกันการกัดกร่อนของชิ้นงานได้ดีกว่าการเคลือบด้วยพิล์มชั้นเดียว

Sathiyanarayanan และคณะ [37] ศึกษาการเคลือบฟิล์มพอลีไอนิลีนบนผิวเหล็กกล้าไร้สนิมจากสารละลายกรดซัลฟิวริก โดยใช้เทคนิคไซคลิกโอลเทมเมทรี, ควบคุมกระแสไฟฟ้าคงที่ และควบคุมศักย์ไฟฟ้าคงที่ และทดสอบประสิทธิภาพในการป้องกันการกัดกร่อนในสารละลายกรดซัลฟิวริก กรดไฮโดรคลอโริกและโซเดียมคลอไรด์ที่ความเข้มข้น 1 มอลต่อลิตร พบร่วมเหล็กกล้าไร้สนิมที่ทำการเคลือบด้วยพอลีไอนิลีนมีประสิทธิภาพในการป้องกันการกัดกร่อนมากกว่าร้อยละ 90 แต่ไม่สามารถป้องกันได้ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ เมื่อทำการทดสอบที่ระยะเวลาต่าง ๆ พบร่วมสามารถป้องกันการกัดกร่อนในสารละลายกรดซัลฟิวริกได้นานกว่าในสารละลายกรดไฮโดรคลอโริก

Tan และ Blackwood [38] ศึกษาการเคลือบฟิล์มพอลีเมอร์แบบสองชั้น และพอลีเมอร์ร่วมระหว่างพอลิพิริโอลกับพอลีไอนิลีนลงบนเหล็กคาร์บอนและเหล็กกล้าไร้สนิมด้วยเทคนิคควบคุมกระแสไฟฟ้าคงที่ จากนั้นนำไปทดสอบความสามารถในการป้องกันการกัดกร่อนในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ พบร่วมสำหรับเหล็กคาร์บอนการเคลือบด้วยพอลีเมอร์สองชั้นมีประสิทธิภาพที่ไม่ต่างจากการเคลือบด้วยพอลีไอนิลีนชั้นเดียว แต่ในกรณีของเหล็กกล้าไร้สนิมนั้น การเคลือบด้วยพอลีเมอร์สองชั้นจะให้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าการเคลือบด้วยพอลีเมอร์ชั้นเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันการกัดกร่อนแบบหลุม พบร่วมความสามารถในการป้องกันการกัดกร่อนนั้นจะขึ้นอยู่กับลำดับในการเคลือบด้วยชนิดของพอลีเมอร์ โดยพบร่วมการเคลือบพอลีไอนิลีนชั้นของพอลิพิริโอลให้ผลที่ดีที่สุด

Tunc [39] ศึกษาการเคลือบฟิล์มพอลิพิริโอลบนเหล็กกล้าไร้สนิมจากสารละlays สองชินิดคือ ลิเทียมเบอร์คลอเรตในอะซีโตนไนโตร ($ACN-LiClO_4$) ความเข้มข้น 0.15 มอลต่อลิตร และกรดออกชาลิกในน้ำความเข้มข้น 0.3 มอลต่อลิตร โดยใช้เทคนิคไซคลิกโอลเทมเมทรี และควบคุมความหนาของฟิล์มประมาณ 1.7 ไมโครเมตร จากนั้นทำการศึกษาพฤติกรรมการกัดกร่อนของตัวอย่างที่ได้ทำการเคลือบและไม่ได้เคลือบในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ ด้วยเทคนิคອิมพิแดนซ์สเปกโกรสโกปีเชิงเคมีไฟฟ้า และกราฟแอนดิกโพลาไรเซชัน พบร่วมฟิล์มที่ทำการสังเคราะห์ด้วยสารละlays ลิเทียมเบอร์คลอเรตในอะซีโตนไนโตรมีโครงสร้างเป็นรูปrunที่น้อยกว่าและสมบูรณ์ของฟิล์มมีความเสถียรมากกว่าฟิล์มที่ทำการสังเคราะห์ด้วยสารละlays กรดออกชาลิก

Ozyilmaz และคณะ [40] ทำการเคลือบฟิล์มพอลีไอนิลีนบนผิวเหล็กกล้าไร้สนิมในสารละlays กรดออกชาลิก โดยใช้เทคนิคไซคลิกโอลเทมเมทรี แล้วนำมาทดสอบประสิทธิภาพในการป้องกันการกัดกร่อนในสารละlays กรดซัลฟิวริกความเข้มข้น 0.05 มอลต่อลิตร และกรดไฮโดร

คลอริกความเข้มข้น 0.1 มอลต์อลิตร ด้วยเทคนิคคอมพิเดนซ์สเปกโตรสโคปีเชิงเคมีไฟฟ้า และกราฟเอนดิคเพลาไรเซชัน พบว่าเหล็กกล้าไร้สนิมที่ผ่านการเคลือบด้วยพอลิเคนิลีนจะสามารถป้องกันการกัดกร่อนในสารละลายกรดซัลฟิวริกได้ดีกว่าในสารละลายกรดไฮโดรคลอริก

Ren และคณะ [41] ทำการศึกษาการเคลือบพอลิเคนิลีนที่โดยปัจจัยแอนไอกอนของโดยเดชิลเบนชินชัลฟ์เนต โดยเทคนิคควบคุมกระแทกไฟฟ้าคงที่บนผิวของเหล็กกล้าไร้สนิมเกรด 304 ซึ่งใช้ทำเป็นแผ่นนำกระแทกไฟฟ้าแบบสองข้างในเซลล์เชื้อเพลิงชนิดพื้นอิเม็ม ทำการทดสอบสารละลายเอนิลีนมอนอมอร์เข้มข้น 0.3 มอลต์อลิตร ในสารสนับสนุนอิเล็กโทรไลต์โดยเดชิลเบนชินชัลฟ์เนต และทำการทดสอบประสิทธิภาพการป้องกันการกัดกร่อนในสารละลายกรดซัลฟิวริกเข้มข้น 1 มอลต์อลิตร และสารละลายกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น 0.3 มอลต์อลิตร ผลทดสอบพบว่าการเคลือบด้วยพอลิเคนิลีนทำให้ค่าศักย์ไฟฟ้าของ การกัดกร่อนของชิ้นงานมีค่าสูงขึ้น โดยมีค่ามากกว่า 300 และ 450 มิลลิโวลต์ ตามลำดับ และมีอัตราการกัดกร่อนต่ำกว่าสองเท่าเมื่อเทียบกับชิ้นงานที่ไม่ได้ทำการเคลือบ

บทที่ 3

เครื่องมือและวิธีการทดลอง

3.1 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย

1. เครื่อง Potentiostat/Galvanostat ของ Auto Lab, model PG stat 30
2. ข้าไฟฟ้า คือ แผ่นเหล็กกล้าไร้สนิมเกรด 304 ขนาดกว้าง 1 เซนติเมตร ยาว 15 เซนติเมตร หนา 0.1 เซนติเมตร
3. ข้าไฟฟ้าร่วม (Counter electrode) คือ ตะแกรงแพลทินัม
4. ข้าไฟฟ้าอ้างอิง (Reference electrode) ได้แก่ Saturated Calomel Electrode (SCE)
5. กระดาษทรายน้ำเบอร์ 400 600 800 1000 1200
6. เครื่องกวนแม่เหล็ก (Magnetic stirrer) ยี่ห้อ CERAMAG Midi
7. แท่งกวนสาร (Magnetic bar)
8. เครื่องชั่งละอียด 4 ตำแหน่ง บริษัท Sartorius
9. เครื่องวัดความเป็นกรด-เบส รุ่น Sension 378, model HACH
10. เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า รุ่น Sension 378, model HACH
11. เครื่องวัดความหนา (Thickness guage) รุ่น 547-401 Mitutoy
12. ไมโครปีเพด รุ่น SL-1000 ยี่ห้อ RAININ ขนาด 100-1000 ไมโครลิตร
13. มัลติเมเตอร์ (Multi-meter) Model RM-15 Sangchai meter
14. แหล่งจ่ายไฟฟ้า (Power supply) รุ่น HY 3002 ยี่ห้อ COMMUE
15. ผ้าคาร์บอน (Carbon cloth) บริษัท E-tek
16. แผ่นทองแดงเคลือบทอง
17. เครื่อง Fourier transform infrared spectroscopy ยี่ห้อ Perkin Elmer รุ่น Spectrum One
18. เครื่อง Scanning Electron Microscopy ยี่ห้อ JEOL รุ่น JSM-6400
19. เครื่อง Surface Profile Measuring System รุ่น Dektak³ST
20. เครื่องแก้วในห้องปฏิบัติการ
21. ตู้อบ

3.2 สารเคมีที่ใช้ในการวิจัย

1. พิร์โอลомнอมเมอร์ (C_4H_5N)	บริษัท Sigma-Aldrich
2. แอนิลีนอมโนเมอร์ ($C_6H_5NH_2$)	บริษัท Panreac
3. กรดซัลฟิวริกเข้มข้น (H_2SO_4 , 98 % w/v)	บริษัท Fisher
4. กรดออกซาลิก ($H_2C_2O_4$)	บริษัท Carlo Erba
5. โซเดียมโดเดซิลซัลเฟต ($CH_3(CH_2)_{11}OSO_3Na$)	บริษัท Ajak Finechem
6. กรดไนตริกเข้มข้น (HNO_3 , 65% w/v)	บริษัท Merck
7. แอซีโทน (C_3H_6O)	บริษัท Sigma-Aldrich
8. น้ำกลั่น	

3.3 ขั้นตอนการดำเนินงาน

3.3.1 การกลั่นมองโนเมอร์พิร์โอลและแอนิลีน

1. ประกอบและติดตั้งเครื่องมือที่ใช้ในการกลั่น แสดงดังภาพที่ 3.1
2. ทำการกลั่นมองโนเมอร์พิร์โอลที่อุณหภูมิประมาณ 130 องศาเซลเซียส และมองโนเมอร์แอนิลีนที่อุณหภูมิประมาณ 180 องศาเซลเซียส เพื่อแยกตัวยับยั้ง (Inhibitor) ที่ป้องกันมองโนเมอร์ไม่ให้เกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไวซ์ชันก่อนทำการสังเคราะห์ออก ที่มีอุณหภูมิร้อนอยู่ละ 2 โดยนำหนักเพื่อความบริสุทธิ์
3. เติมมองโนเมอร์ลงในขวดก้นกลมที่ใช้ในการกลั่นตามปริมาณที่จะนำไปใช้งาน จากนั้นปิดให้สนิท
4. เปิดเครื่องให้ความร้อนเพื่อทำการกลั่นมองโนเมอร์
5. เมื่อกลั่นมองโนเมอร์เสร็จแล้ว จะสังเกตเห็นส่วนที่กลั่นได้จะถูกแยกในขวดก้นกลมของอีกผึ่งหนึ่ง
6. นำมองโนเมอร์ในขวดก้นกลมที่ทำการกลั่นได้นำกลับไปกลั่นอีกรอบ จนกว่ามองโนเมอร์ที่ได้เป็นสารละลายใส
7. เมื่อทำการกลั่นเสร็จสองรอบแล้วให้นำมองโนเมอร์ที่ทำการกลั่นได้ใส่ในขวดที่ห่อกระดาษ พอยด์ไว้ แล้วนำไปแช่ตู้เย็นที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เนื่องจากพอลิเมอร์สองชนิดนี้ต้องเก็บไว้ในที่มืดและอุณหภูมิต่ำ



ภาพที่ 3.1 การติดตั้งอุปกรณ์การกลั่นมอนกเมอร์

3.3.2 การเตรียมชิ้นงานที่ใช้ในการเคลือบ

1. นำเหล็กกล้าไร้สนิมขนาดกว้าง 1 เซนติเมตร ยาว 15 เซนติเมตร หนา 0.1 เซนติเมตร มาทำการขัดด้วยกระดาษทรายน้ำเบอร์ 400, 600, 800, 1000 และ 1200 ตามลำดับ เพื่อเพิ่มความสามารถในการยึดเกาะระหว่างพิล์มพอลิเมอร์ที่ทำการเคลือบได้และเหล็กกล้าไร้สนิม
2. จากนั้นนำไปล้างด้วยน้ำกลั่น และจุ่มลงในสารละลายกรดไนต์ริกเป็นเวลาประมาณ 30 วินาที เพื่อเป็นการลอกออกไชด์ของโลหะออก แล้วจุ่มชิ้นงานในแอซีโทนเป็นเวลา 60 วินาที
3. ตัดท่อหดเพื่อหุ้มชิ้นงานเหล็กกล้าไร้สนิมให้เหลือความยาว 1 เซนติเมตร (พื้นที่ 2.3 ตารางเซนติเมตร)
4. วัดความหนาของชิ้นงานเหล็กกล้าไร้สนิมก่อนทำการเคลือบ

3.3.3 การเตรียมเซลล์เคมีไฟฟ้าเพื่อทำการสังเคราะห์

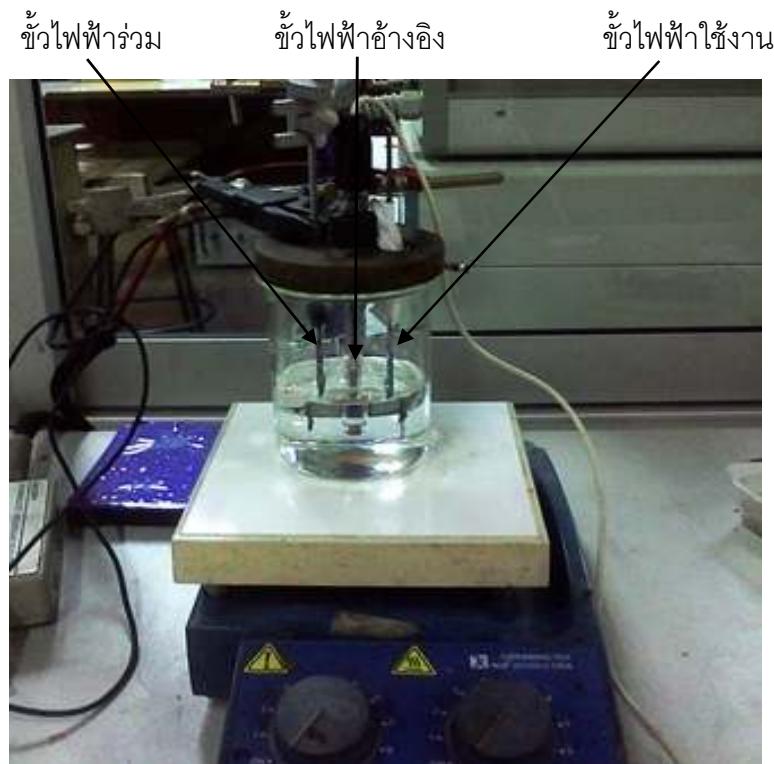
ในงานวิจัยนี้ได้ทำการสังเคราะห์พอลิเมอร์ลงบนเหล็กกล้าไร้สนิมด้วยวิธีอิเล็กโทรโพลิเมอร์ไวเซ็นแบบระบบเปิด (ความดันบรรยากาศ) โดยใช้เซลล์เคมีไฟฟ้าชนิด 3 ขั้ว ในการเคลือบพอลิเมอร์ลงบนโลหะ โดยขั้วไฟฟ้าที่ใช้ประกอบด้วย

1. นำเหล็กกล้าไร้สนิมที่ได้จากการเตรียมไว้ในตอนที่ 3.3.2 ต่อเข้ากับขั้วไฟฟ้าใช้งาน (working electrode) ของเครื่อง Potentiostat/Galvanostat

2. ตะแกรงแพลทินัมขนาด 1×4 ตารางเซนติเมตร เป็นข้าไฟฟ้าร่วม (counter electrode) โดยก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง ให้ทำความสะอาดข้าโดยการจุ่มลงในกรดไนตริกแล้วนำไปล้างด้วยน้ำกลั่น

3. Saturated Calomel Electrode (SCE) เป็นข้าอ้างอิง (reference electrode) ทำความสะอาดข้าด้วยน้ำกลั่นก่อนและหลังการใช้งาน โดยค่าศักยไฟฟ้าที่ใช้ในการทดลองจะเทียบกับ SCE ทั้งหมด

4. ต่อวงจรของเซลล์เคมีไฟฟ้าดังภาพที่ 3.2



ภาพที่ 3.2 การติดตั้งอุปกรณ์สำหรับการสังเคราะห์พอลิเมอร์ลงบนเหล็กกล้าไวร์สนิมด้วยวิธีทางเคมีไฟฟ้า

3.3.4 การสังเคราะห์พอลิเมอร์โดยวิธีอเล็กโทรโพลิเมอเรชัน

ในขั้นตอนของการสังเคราะห์พอลิเมอร์ลงบนเหล็กกล้าไวร์สนิมจะแบ่งออกเป็นสองส่วน ด้วยกันคือ ส่วนแรกทำการสังเคราะห์แบบขั้นเดียวด้วยพอลิพิร์โลล และส่วนที่สองทำการสังเคราะห์แบบสองขั้นโดยการสังเคราะห์พอลิพิร์โลลเป็นขั้นแรกและสังเคราะห์พอลิเอนิลีนเป็นขั้นที่สองทับด้วยวิธีต่างๆ ดังนี้

3.3.4.1 ศึกษาช่วงค่าศักย์ไฟฟ้าของการเกิดปฏิกิริยาอิเล็กโทรโพลิเมอร์ในชั้นและภาวะที่เหมาะสมในการสังเคราะห์พอลิพิร์โรลแบบชั้นเดียวบนเหล็กกล้าไร้สนิม โดยเทคนิคไซคลิกโวลแتمเมทรี

ทำการศึกษาหาช่วงค่าศักย์ไฟฟ้าที่มอนกอเมอร์พิร์โรลเกิดปฏิกิริยาอิเล็กโทรโพลิเมอร์ในสารละลายอิเล็กโทรไลต์ต่างๆ พร้อมทั้งสังเคราะห์พอลิเมอร์ลงบนเหล็กกล้าไร้สนิมด้วยเครื่อง Potentiostat/Galvanostat โดยจัดรูปเซลล์เคมีไฟฟ้าดังภาพที่ 3.2 ในการศึกษาช่วงศักย์ไฟฟ้าของพิร์โรลมอนกอเมอร์จะทำการตรวจการด้วยความต่างศักย์ในช่วง -0.2 ถึง $+0.8$ โวลต์เทียบกับ SCE ด้วยอัตราการตรวจการ (Scan rate) 20 มิลลิโวลต์ต่อวินาที โดยทำการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการสังเคราะห์ได้แก่

- ชนิดของสารสนับสนุนอิเล็กโทรไลต์ประกอบไปด้วยสารละลายโซเดียมโคเดซิลชัลเฟต สารละลายกรดออกซิลิก และสารละลายกรดชัลฟิวริก
- ความเข้มข้นสารละลายพิร์โรลมอนกอเมอร์ โดยทำการปรับเปลี่ยนความเข้มข้นตั้งแต่ 0.1 ถึง 0.5 มิลลิตรในสารสนับสนุนอิเล็กโทรไลต์ทุกชนิดจากที่ได้กล่าวมาข้างต้น

ทำการสังเคราะห์พอลิเมอร์ด้วยการผสมสารละลายของมอนกอเมอร์และสารประกอบอิเล็กโทรไลต์ต่างๆ เข้าด้วยกัน เมื่อทำการสังเคราะห์เสร็จเรียบร้อยแล้วให้นำขึ้นไปล้างด้วยน้ำกลั่นเพื่อให้ตัวทำละลายที่ติดอยู่หลุดออกไป จากนั้นนำไปอบที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 24 ชั่วโมงเพื่อทำให้แห้ง

3.3.4.2 ศึกษาช่วงค่าศักย์ไฟฟ้าของการเกิดปฏิกิริยาอิเล็กโทรโพลิเมอร์ในชั้นของพอลิเอนิลีนแบบชั้นเดียวบนเหล็กกล้าไร้สนิม โดยเทคนิคไซคลิกโวลแتمเมทรี

ทำการศึกษาหาช่วงค่าศักย์ไฟฟ้าที่มอนกอเมอร์เอนิลีนเกิดปฏิกิริยาอิเล็กโทรโพลิเมอร์ในสารละลายอิเล็กโทรไลต์ต่างๆ บนเหล็กกล้าไร้สนิมด้วยเครื่อง Potentiostat/Galvanostat โดยจัดรูปเซลล์เคมีไฟฟ้าดังภาพที่ 3.2 ในการศึกษาช่วงศักย์ไฟฟ้าของเอนิลีนมอนกอเมอร์จะทำการตรวจการด้วยความต่างศักย์ในช่วง -0.2 ถึง $+2.0$ โวลต์เทียบกับ SCE ด้วยอัตราการตรวจการ (Scan rate) 20 มิลลิโวลต์ต่อวินาที โดยใช้สารละลายอิเล็กโทรไลต์กรดออกซิลิกความเข้มข้น 0.5 มิลลิตร ผสมกับสารละลายเอนิลีนมอนกอเมอร์ความเข้มข้น 0.1

โมลต์อลิตร [1] แล้วให้นำชิ้นงานไปล้างด้วยน้ำกลันเพื่อให้ตัวทำละลายที่ติดอยู่หลุดออกไปจากนั้นนำไปอบที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 24 ชั่วโมงเพื่อทำให้แห้ง

3.3.4.3 ศึกษาภาวะที่เหมาะสมต่อการสังเคราะห์พอลิพิร์โรลบันเหล็กกล้าไร้สนิมแบบชั้นเดียวบนเหล็กกล้าไร้สนิมโดยเทคนิคกำหนดค่าศักย์ไฟฟ้าคงที่

ทำการสังเคราะห์โดยเทคนิคที่กำหนดให้ศักย์ไฟฟ้าที่ป้อนมีค่าคงที่ (Potentiostatic mode) และศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการสังเคราะห์พอลิพิร์โรล ซึ่งได้แก่

- ค่าศักย์ไฟฟ้าในการสังเคราะห์ของสารละลายอิเล็กโทรไลต์กรดออกซานิลิกความเข้มข้น 0.5 มอลต์อลิตร และพิร์โรลอมอนโอมอร์ความเข้มข้น 0.1 มอลต์อลิตร โดยช่วงค่าศักย์ไฟฟ้าที่ทำการศึกษามากจากการทำไชคลิกโวลดแทมนิโนแกรมในหัวข้อ 3.3.4.1 คือ 0.45 ถึง 0.65 โวลต์เทียบกับ SCE ระยะเวลาที่ใช้ในการสังเคราะห์ 1800 วินาที

- ระยะเวลาที่ใช้ในการสังเคราะห์ตั้งแต่ 200 ถึง 1800 วินาที ทำการทดลองโดยใช้ค่าศักย์ไฟฟ้าที่เหมาะสมจากด้านบน ในสารละลายอิเล็กโทรไลต์ของพิร์โรลอมอนโอมอร์เข้มข้น 0.1 มอลต์อลิตร และกรดออกซานิลิกเข้มข้น 0.5 มอลต์อลิตร

3.3.4.4 ศึกษาภาวะที่เหมาะสมต่อการสังเคราะห์พอลิพิร์โรลบันเหล็กกล้าไร้สนิมแบบชั้นเดียวบนเหล็กกล้าไร้สนิมโดยเทคนิคกำหนดค่ากระแสไฟฟ้าคงที่

ทำการสังเคราะห์โดยเทคนิคที่กำหนดให้กระแสที่ป้อนมีค่าคงที่ (Galvanostatic mode) และศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการสังเคราะห์พอลิพิร์โรล ซึ่งได้แก่

- ค่ากระแสไฟฟ้าในการสังเคราะห์ของสารละลายอิเล็กโทรไลต์กรดออกซานิลิกความเข้มข้น 0.5 มอลต์อลิตร และพิร์โรลอมอนโอมอร์ความเข้มข้น 0.1 มอลต์อลิตร โดยช่วงค่ากระแสที่ทำการศึกษามากจากการทำวิธีกำหนดค่าศักย์ไฟฟ้าคงที่ในหัวข้อ 3.3.4.3 คือ 0.5 ถึง 0.8 มิลลิแอมป์ ระยะเวลาที่ใช้ในการสังเคราะห์ 1800 วินาที

- ระยะเวลาที่ใช้ในการสังเคราะห์ตั้งแต่ 200 ถึง 1800 วินาที ทำการทดลองในสารละลายอิเล็กโทรไลต์ของพิร์โรลอมอนโอมอร์เข้มข้น 0.1 มอลต์อลิตร และกรดออกซานิลิกเข้มข้น 0.5 มอลต์อลิตร

3.3.4.5 ศึกษาภาวะที่เหมาะสมต่อการสังเคราะห์พอลิแอนิลีนบนพอลิพิร์โรลบนเหล็กกล้าไร์สนิมแบบสองชั้นบนเหล็กกล้าไร์สนิมโดยเทคนิคกำหนดค่าศักย์ไฟฟ้าคงที่

ทำการสังเคราะห์พอลิแอนิลีนทับชั้นของพอลิพิร์โรลโดยเทคนิคที่กำหนดให้ศักย์ไฟฟ้าที่ป้อนมีค่าคงที่ และศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการสังเคราะห์แบบสองชั้น ซึ่งได้แก่

- ค่าศักย์ไฟฟ้าในการสังเคราะห์ของสารละลายอิเล็กโทรไลต์กรดออกชาลิกความเข้มข้น 0.5 มอลต่อลิตรและแอนิลีนมอนومอร์ความเข้มข้น 0.1 มอลต่อลิตร โดยช่วงค่าศักย์ไฟฟ้าที่ทำการศึกษามาจากการทำไฮคลิกโอลแทกโนแกรมในหัวข้อ 3.3.4.2 คือ 0.7 ถึง 1.6 โวลต์เทียบกับ SCE ระยะเวลาที่ใช้ในการสังเคราะห์ 600 วินาที

- ระยะเวลาที่ใช้ในการสังเคราะห์ตั้งแต่ 200 ถึง 1800 วินาที ทำการทดลองโดยใช้ค่าศักย์ไฟฟ้าที่เหมาะสมจากด้านบน ในสารละลายอิเล็กโทรไลต์ของแอนิลีนมอนอมอร์เข้มข้น 0.1 มอลต่อลิตร และกรดออกชาลิกเข้มข้น 0.5 มอลต่อลิตร

3.3.4.6 ศึกษาภาวะที่เหมาะสมต่อการสังเคราะห์พอลิแอนิลีนบนพอลิพิร์โรลบนเหล็กกล้าไร์สนิมแบบสองชั้นบนเหล็กกล้าไร์สนิมโดยเทคนิคกำหนดค่ากระแสไฟฟ้าคงที่

ทำการสังเคราะห์พอลิแอนิลีนทับชั้นของพอลิพิร์โรลโดยเทคนิคที่กำหนดให้กระแสที่ป้อนมีค่าคงที่ และศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการสังเคราะห์แบบสองชั้น ซึ่งได้แก่

- ค่ากระแสไฟฟ้าในการสังเคราะห์ของสารละลายอิเล็กโทรไลต์กรดออกชาลิกความเข้มข้น 0.5 มอลต่อลิตร และพิร์โรลมอนอมอร์ความเข้มข้น 0.1 มอลต่อลิตร โดยช่วงค่ากระแสที่ทำการศึกษามาจากการทำวิธีกำหนดค่าศักย์ไฟฟ้าคงที่ในหัวข้อ 3.3.4.5 คือ 1 ถึง 4 มิลลิแอมเปอร์ ระยะเวลาที่ใช้ในการสังเคราะห์ 600 วินาที

- ระยะเวลาที่ใช้ในการสังเคราะห์ตั้งแต่ 200 ถึง 1800 วินาที ทำการทดลองในสารละลายอิเล็กโทรไลต์ของแอนิลีนมอนอมอร์เข้มข้น 0.1 มอลต่อลิตร และกรดออกชาลิกเข้มข้น 0.5 มอลต่อลิตร

3.3.5 การทดสอบการกัดกร่อนของโลหะ

นำชิ้นงานที่ทำการสังเคราะห์ได้ในทุกภาวะมาทำการทดสอบและวิเคราะห์หาค่ากราฟการกัดกร่อน โดยใช้เครื่อง Potentiostat/Galvanostat และใช้วิธี Tafel slope analysis ทำการทดสอบในสารละลายน้ำกรดซัลฟิวริกเข้มข้น 0.1 มอลต์อลิตร จัดเซลล์เคมีไฟฟ้า เช่นเดียวกับขั้นตอนการสังเคราะห์พอลิเมอร์ดังภาพที่ 3.2 [20]

จากการวิเคราะห์ด้วยวิธี Tafel slope analysis จะได้ค่ากระแสไฟฟ้ากัดกร่อนนำมาคิดเป็นประสิทธิภาพป้องกันการกัดกร่อนเทียบกับเหล็กกล้าไร้สนิมที่ไม่ได้เคลือบได้จากสมการที่ 3.1

$$\text{ประสิทธิภาพป้องกันการกัดกร่อน (\%)} = \{[I_{corr(ss)} - I_{corr(c)}] / I_{corr(ss)}\} \times 100 \quad (3.1)$$

โดย $I_{corr(ss)}$ = ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้ากัดกร่อนของเหล็กกล้าไร้สนิมที่ไม่ได้ทำการเคลือบด้วยพอลิเมอร์ (แอมเปรต์ต่อตารางเซนติเมตร)
 $I_{corr(c)}$ = ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้ากัดกร่อนของเหล็กกล้าไร้สนิมที่ทำการเคลือบด้วยพอลิเมอร์ (แอมเปรต์ต่อตารางเซนติเมตร)

3.3.6 วัดค่าความต้านทานเชิงสัมผัสของชิ้นงาน [29]

นำชิ้นงานที่ทำการสังเคราะห์ได้ในทุกภาวะมาทำการทดสอบวัดค่าความต้านทานเชิงสัมผัส (Interfacial Contact Resistance, ICR) อุปกรณ์การทดลองแสดงดังภาพที่ 3.3 ซึ่งประกอบไปด้วย แหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า ซึ่งทำการป้อนกระแสไฟฟ้าให้แก่ระบบ และมัลติมิเตอร์ ทำหน้าที่วัดความต่างศักย์ออกม่า โดยการจ่ายกระแสไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟฟ้า (Power supply) จะใช้กระแสไฟฟ้าอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 0.5 แอมเปร และวัดค่าความต่างศักย์ของชิ้นงานด้วยมัลติมิเตอร์ (Multi-miter) เมื่อได้ค่าความต่างศักย์ของกระแสไฟฟ้าในช่วง 0.1 ถึง 0.5 แอมเปร

การคำนวณหาความต้านทานเชิงสัมผัสมีความสัมพันธ์กับพื้นที่สัมผัสระหว่างชิ้นงานและขัวไฟฟ้าตามสมการที่ 3.2 และภาพที่ 3.4 แสดงการจัดเรียงอุปกรณ์การวัดความต้านทานเชิงสัมผัส (ICR)

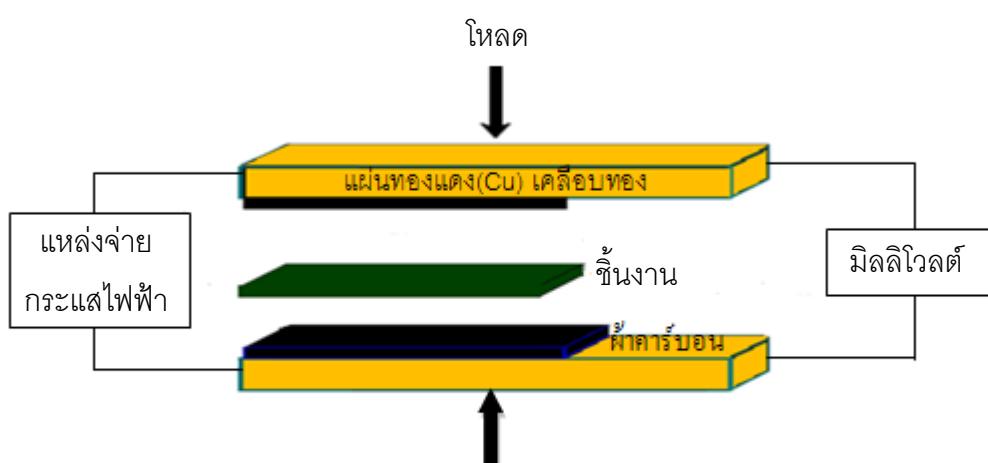
$$ICR = \{[R_2 \times A_2] - [R_1 \times A_1]\} / 2 \quad (3.2)$$

โดย

ICR	=	ค่าความต้านทานเชิงสัมผัส
R_1	=	วัดค่าความต้านทานสัมผัสของเครื่องมือวัด (โอม์มตารางเซนติเมตร)
A_1	=	พื้นที่ผิวสัมผัสของฝ้าcarbbon (ตารางเซนติเมตร)
R_2	=	วัดค่าความต้านทานสัมผัสตอนมีชิ้นงาน (โอม์มตารางเซนติเมตร)
A_2	=	พื้นที่ผิวสัมผัสของชิ้นงาน (ตารางเซนติเมตร)



ภาพที่ 3.3 เครื่องมือการวัดค่าความต้านทานเชิงสัมผัส [20]



ภาพที่ 3.4 การจัดเรียงอุปกรณ์การวัดความต้านทานเชิงสัมผัส

3.3.7 การวิเคราะห์ลักษณะผิวและความหนาของชิ้นงาน

งานวิจัยนี้ทำการวัดรูปแบบผิวฟิล์มและความหนาของพอลิเมอร์ที่ทำการเคลือบได้โดยใช้เครื่อง Surface Profile Measuring System ยี่ห้อ Dektak³ ST เป็นระบบที่ดูรูปแบบของพื้นผิว โดยสามารถทำการวัดความหนาได้เป็นระดับนาโนโดยวิธีการกราดลากหัวเข็มไปบนผิวของตัวอย่างที่ทำการเคลือบด้วยพอลิเมอร์ เทียบกับผิวที่ไม่ได้ทำการเคลือบชิ้นงาน ตัวอย่างจะถูกวิเคราะห์ภายใต้ภาวะการเคลื่อนที่ของหัวเข็มไปตามพารามิเตอร์ที่กำหนดโดยผู้ใช้ ซึ่งได้แก่ ความยาวและเวลาในการสแกน โดยในการลากหัวเข็มจะลากผ่านพื้นผิวที่ทำการเคลือบและไม่ได้ทำการเคลือบด้วยพอลิเมอร์ ดังนั้นรูปแบบพื้นผิวจะถูกทำการบันทึกความแตกต่างไว้ ข้อมูลที่ทำการบันทึกได้สามารถนำไปวิเคราะห์ ความชุ่มชื้น ความสูงต่ำ และรูปทรงทางเรขาคณิตได้ จากนั้นนำข้อมูลนี้มาแสดงผลกราฟฟิกและเขียนกราฟข้อมูล [42]

3.3.8 การวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันของชิ้นงานที่ทำการสังเคราะห์ด้วยวิธีอิเล็กโทร พอลิเมอร์ไรเซชัน

งานวิจัยนี้ใช้เครื่อง Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) ยี่ห้อ Perkin Elmer รุ่น Spectrum One ในการวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชัน (Function groups) ของฟิล์มพอลิเมอร์ที่ทำการสังเคราะห์ได้ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับโครงสร้างทางเคมีของสาร FTIR เป็นเทคนิคที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์ตรวจสอบเกี่ยวกับโมเลกุลของสาร โดยอาศัยหลักการเกี่ยวกับการสั่น (Vibration) ของโมเลกุลแสงอินฟราเรดช่วงกลาง (2.5-25 ไมโครเมตร) มีความถี่ตรงกับความถี่ของการสั่นของพันธะเควาเลนซ์ในโมเลกุลของสาร เมื่อสารตัวอย่างได้รับพลังงานจากคลื่นรังสีอินฟราเรดที่พอกemoจะเกิดการสั่นของโมเลกุล ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่าโมเมนต์ข้าวคู่ (Dipole moment) ของโมเลกุล ทำให้โมเลกุลเกิดการดูดกลืนแสงแล้ววัดแสงที่ส่งผ่านออกมาระดับเป็นความสัมพันธ์ของความถี่หรือ Wave number กับค่าการส่งผ่านของแสง เรียกว่า IR Spectrum ซึ่งลักษณะสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของสารแต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติเฉพาะ โมเลกุลของสารจึงสามารถดูดกลืนแสงอินฟราเรดได้ที่ความถี่ต่างกันขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของพันธะและน้ำหนักของอะตอมของ Functional Groups ในโมเลกุลนั้นๆ [43]

การเตรียมตัวอย่างชิ้นงาน จะทำการชุดพิล์มพอลิเมอร์ที่ทำการสังเคราะห์ได้ออกจากผิวเหล็กกล้าไร้สนิม ผสมกับ KBr 100 - 200 มิลลิกรัม และบดให้ละเอียดจนเป็นเนื้อเดียวกัน เมื่อบดเข้ากันแล้วนำไปใส่ในเครื่องอัดหรือเรียกว่า Die จะได้ตัวอย่างที่เป็นแผ่นบางใส่ออกมานอกนั้น

นำไปใส่ลงใน Disk holder เพื่อนำไปวิเคราะห์ต่อไปโดยใช้เลขคลื่นในช่วง 400 – 4000 ต่อเซนติเมตร

3.3.9 การวิเคราะห์ลักษณะพื้นผิวด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องการดู

งานวิจัยนี้ใช้เครื่อง Scanning Electron Microscope (SEM) ยี่ห้อ JEOL รุ่น JSM-6400 ในการวิเคราะห์พื้นผิวของฟิล์มโพลิเมอร์ที่ทำการสังเคราะห์ได้ในภาวะต่างๆ โดยหลักการทำงานของเครื่องคือ อิเล็กตรอนที่มาจากการแผ่รัง光芒เนิดอิเล็กตรอนจะถูกเร่งด้วยสนามไฟฟ้า จากนั้นกลุ่มอิเล็กตรอนจะผ่านเลนส์รวมรังสี (Condenser lens) เพื่อทำให้กลุ่มอิเล็กตรอนกล้ายเป็นลำอิเล็กตรอน จากนั้นลำอิเล็กตรอนจะถูกปรับระยะไฟกัสโดยเลนส์ใกล้วัตถุ (Objective lens) ลงไปบนพื้นที่ที่ต้องการศึกษา หลังจากลำอิเล็กตรอนถูกกรัดลงบนชิ้นงานจะทำให้เกิดอิเล็กตรอนทุติยภูมิ (Secondary electron) ขึ้น ซึ่งสัญญาณจากอิเล็กตรอนทุติยภูมินี้จะถูกบันทึก และแปลงไปเป็นสัญญาณทางอิเล็กทรอนิกส์นำไปสร้างเป็นภาพบนจอโทรทัศน์ต่อไปและสามารถบันทึกภาพจากหน้าจอโทรทัศน์ได้เลย [44]

การเตรียมตัวอย่างชิ้นงาน จะทำการสังเคราะห์โพลิเมอร์บนเส้นลวดเหล็กกล้าไร้สนิม เพื่อที่จะนำชิ้นงานที่สังเคราะห์ได้ไปตัดให้มีความยาวประมาณ 2 - 3 มิลลิเมตร จากนั้นนำชิ้นงานวางบนก้านวางตัวอย่าง (Specimen stub) และนำไปจับผิวด้วยทองเพื่อเพิ่มความสามารถในการนำไฟฟ้าให้กับชิ้นงานก่อนนำไปศึกษา

บทที่ 4

ผลการทดลองและวิจารณ์ผลการทดลอง

งานวิจัยนี้ทำการศึกษาหาภาวะที่เหมาะสมในการเคลือบผิวเหล็กกล้าไว้สนิมแบบชั้นเดียว และสองชั้นด้วยพอลิเมอร์นำไฟฟ้าสองชนิด คือ พอลิพิโตรลสำหรับการเคลือบชั้นแรกและพอลิเอนีลินสำหรับการเคลือบชั้นที่สอง ด้วยวิธีเคมีไฟฟ้า โดยทำเปรียบเทียบการเคลือบแบบชั้นเดียวและสองชั้น ตัวแปรที่ศึกษาประกอบด้วย ชนิดของสารละลายอิเล็กโทรไลต์ ความเข้มข้นของมอนโอมิเออร์ วิธีในการสังเคราะห์พอลิเมอร์ลงบนเหล็กกล้าไว้สนิม และนำมาทดสอบการป้องกันการกัดกร่อนในภาวะสารละลายกรด และทดสอบความต้านทานที่ผิวสัมผัสพิล์มที่ทำการเคลือบ

4.1 ศึกษาความเข้มข้นสารสนับสนุนอิเล็กทรโโลด์ที่เหมาะสมในการสังเคราะห์ผลิตพิริโอลบันเหล็กกล้าไร้สนิม

การทดลองทำการศึกษาผลของความเข้มข้นของสารสนับสนุนอิเล็กโทรไลต์สามชนิดที่ใช้ในการสังเคราะห์พอลิพิโตรล ในสารละลายนิรภัยมอนอเมอร์เข้มข้น 0.1 มอลต่อลิตร และสารสนับสนุนอิเล็กโทรไลต์สามชนิด ได้แก่ สารละลายนิโซเดียมโดเดซิลชัลเฟตความเข้มข้น 0.1 0.15 และ 0.5 มอลต่อลิตร สารละลายนิกรดชัลฟีวิริกความเข้มข้น 0.1, 0.5 และ 1 มอลต่อลิตร และสารละลายนิกรดออกซาลิกความเข้มข้น 0.05 0.1 และ 0.5 มอลต่อลิตร ดังตารางที่ 4.1 ตามลำดับ

ผลการทดลอง พบร>าในการสังเคราะห>พอลิพิร>อลในสารละลายน้ำเดี่ยมโดยเดซิลชัลเพตเข้มข้น 0.15 มอลต่อลิตร ให้ความหนาแน่นกระเสกากรกัดกร่อนต่ำที่สุด และที่ความเข้มข้นสารละลายน้ำเดี่ยมโดยเดซิลชัลเพตเข้มข้น 0.5 มอลต่อลิตร พิล์มพอลิพิร>อลไม่เกิดบนผิวของเหล็กกล้าไร้สนิม อาจเนื่องจากโครงสร้างโมเลกุลของสารละลายน้ำเดี่ยมมีขนาดที่ใหญ่ ทำให้อาจเกิดการบดบังการเกิดปฏิกิริยาของมอนอเมอร์พิร>อลได้

ในการสังเคราะห์พอลิพิริโอลในสารละลายน้ำมีผลต่อการดูดซึมน้ำมีความเข้มข้นแตกต่างกันสามค่า
พบว่า การใช้ความเข้มข้นการดูดซึมพิริโอลความเข้มข้น 0.1 มอลต่อลิตร ให้ความหนาแน่นกระแทกการ
กัดกร่อนต่ำที่สุด ที่ความเข้มข้นสารละลายน้ำ 0.05 มอลต่อลิตร การป้องกันการกัดกร่อนยังไม่ได้
เนื่องมาจากความเข้มข้นของสารสนับสนุนอิเล็กโทรไลต์อาจยังน้อยเกินไป ทำให้พิล์มของพอลิ
พิริโอลเกิดได้น้อย ทำให้ความสามารถการป้องกันการกัดกร่อนลดลงมาก แต่ที่ความเข้มข้น
สารละลายน้ำ 0.5 มอลต่อลิตร พบร่วมกับการป้องกันการกัดกร่อนอย่างมาก อาจเนื่องจาก

ความเข้มข้นของสารละลายกรดมากเกินไป จึงอาจทำให้ระหว่างการสังเคราะห์เกิดการกัดกร่อนของผิวฟิล์มที่ทำการสังเคราะห์ได้เป็นส่วน

ในส่วนการสังเคราะห์พอลิพีโอลในสารละลายกรดออกซิกลิกความเข้มข้น 0.5 มอลต่อลิตร พบร่วมกับประสิทธิภาพการป้องกันการกัดกร่อนเหมาะสมที่สุด ดังนั้นในการทดลองส่วนต่อไปจึงได้เลือกใช้ความเข้มข้นของสารสนับสนุนอิเล็กโทรไลต์ในแต่ละชนิด ที่ให้ค่าความหนาแน่นกระเสากากดกร่อนของมาตราที่สุด ซึ่งได้แก่ สารละลายโซเดียมโดเดซิลชัลเพตความเข้มข้น 0.15 มอลต่อลิตร สารละลายกรดชัลฟิวริกความเข้มข้น 0.1 มอลต่อลิตร และสารละลายกรดออกซิกลิกความเข้มข้น 0.5 มอลต่อลิตร

ตารางที่ 4.1 ความหนาแน่นกระเสากากดกร่อนในความเข้มข้นสารสนับสนุนอิเล็กโทรไลต์ต่างกัน

สามชนิด

ชนิดสารสนับสนุนอิเล็กโทรไลต์		ความหนาแน่นกระเสากากดกร่อน (ไมโครแอม佩อร์ต่อตารางเซนติเมตร)
โซเดียมโดเดซิลชัลเพต	0.1 มอลต่อลิตร	100.07 ± 3.72
	0.15 มอลต่อลิตร	63.75 ± 0.04
	0.5 มอลต่อลิตร	เคลือบไม่ติด
กรดออกซิกลิก	0.1 มอลต่อลิตร	54.00 ± 0.65
	0.5 มอลต่อลิตร	8.56 ± 0.46
	1.0 มอลต่อลิตร	86.49 ± 2.10
กรดชัลฟิวริก	0.05 มอลต่อลิตร	63.48 ± 1.71
	0.1 มอลต่อลิตร	11.82 ± 0.74
	0.5 มอลต่อลิตร	70.62 ± 1.54

4.2 ศึกษาช่วงค่าศักย์ไฟฟ้าของการเกิดปฏิกิริยาอิเล็กโทรโพลิเมอร์ไเรเซ็นและภาวะที่เหมาะสมในการสังเคราะห์พอลิพิร์โรลแบบชั้นเดียวบนเหล็กกล้าไร้สนิม

การทดลองทำการศึกษาหาช่วงค่าศักย์ไฟฟ้าที่มอนเอมอร์พิร์โรลเกิดปฏิกิริยาอิเล็กโทรโพลิเมอร์ไเรเซ็น พร้อมทั้งสังเคราะห์พอลิเมอร์ลงบนเหล็กกล้าไร้สนิมในสารละลายอิเล็กโทรไลต์พิร์โรลอนเอมอร์ความเข้มข้น 0.1 มอลต่อลิตร ในสารสนับสนุนอิเล็กโทรไลต์สามชนิด ได้แก่ สารละลายโซเดียมโดเดซิลซัลเฟตความเข้มข้น 0.15 มอลต่อลิตร [36] สารละลายกรดออกซิลิกความเข้มข้น 0.5 มอลต่อลิตร [35] และสารละลายกรดซัลฟิวริกความเข้มข้น 0.1 มอลต่อลิตร [45] ในการศึกษาช่วงศักย์ไฟฟ้าของการเกิดพอลิพิร์โรลจะทำการตรวจวัดค่าความต่างศักย์ในช่วง -0.2 ถึง $+0.8$ โวลต์เทียบกับ Saturated Calomel Electrode (SCE) ด้วยอัตราการตรวจวัด 20 มิลลิโวลต์ต่อวินาที

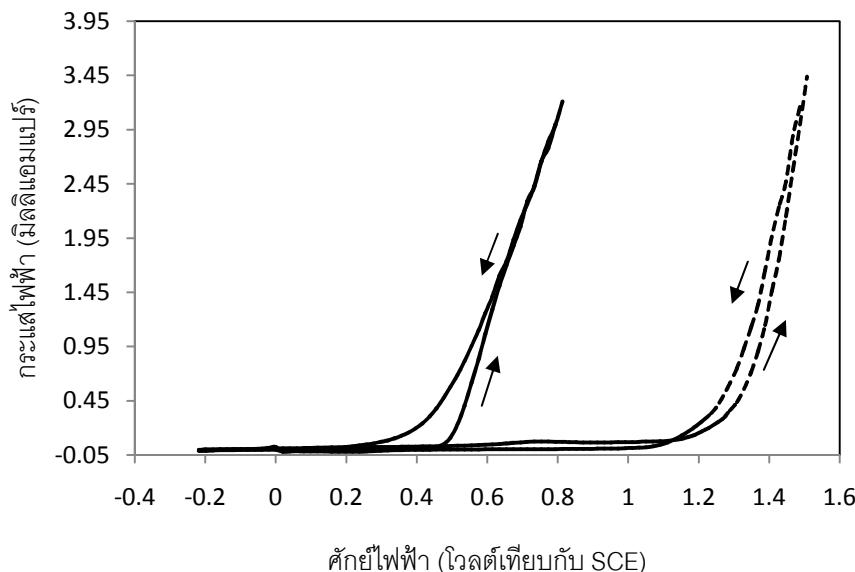
4.2.1 ผลของสารสนับสนุนอิเล็กโทรไลต์ที่ใช้ในการสังเคราะห์

ในการทดลองได้ทำการปรับเปลี่ยนชนิดสารสนับสนุนอิเล็กโทรไลต์เพื่อหาภาวะที่เหมาะสมที่สุดในการเกิดพอลิพิร์โรล ทั้งในด้านการป้องกันการกัดกร่อนและการนำไฟฟ้า และในการทดลองขั้นต่อไปจะทำการเลือกชนิดสารสนับสนุนอิเล็กโทรไลต์ที่เหมาะสมที่สุดนี้ไปทำการสังเคราะห์โดยการปรับเปลี่ยนตัวแปรอื่นที่มีผลต่อไป

4.2.1.1 การสังเคราะห์พอลิพิร์โรลในสารละลายโซเดียมโดเดซิลซัลเฟต

ทำการศึกษาหาช่วงค่าศักย์ไฟฟ้าที่มอนเอมอร์พิร์โรลเกิดปฏิกิริยาอิเล็กโทรโพลิเมอร์ไเรเซ็น พร้อมทั้งสังเคราะห์พอลิพิร์โรลลงบนเหล็กกล้าไร้สนิมในเวลาเดียวกันในสารละลาย อิเล็กโทรไลต์พิร์โรลอนเอมอร์ความเข้มข้น 0.1 มอลต่อลิตร และสารละลายโซเดียมโดเดซิลซัลเฟตความเข้มข้น 0.15 มอลต่อลิตร มีค่าความเป็นกรด-เบสเท่ากับ 8.1 ซึ่งมีสมบัติเป็นเบสอ่อน และมีค่าการนำไฟฟ้าเท่ากับ 3.21 มิลลิชีเมนต์ต่อตารางเซนติเมตร จากผลการทดลองภาพที่ 4.1 พบร่วงมอนเอมอร์พิร์โรลเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันบนผิวของเหล็กกล้าไร้สนิมอยู่ที่ค่าศักย์ไฟฟ้าประมาณ 0.5 โวลต์เทียบกับ SCE จากค่าศักย์ไฟฟ้าค่านี้เมื่อทำการสังเกตุจะเริ่มเห็นพอลิเมอร์พิร์โรลเริ่มก่อตัวเป็นฟิล์มบนผิวเหล็กกล้าไร้สนิม ลักษณะจากการมองเห็นด้วยตาเปล่าฟิล์มที่ทำการเคลือบได้เป็นสีดำเข้มและผิวเรียบ ส่วนการวิเคราะห์โซคลิกโวลดแทมไม่แกรบทองสารสนับสนุนอิเล็กโทรไลต์โซเดียมโดเดซิลซัลเฟตโดยที่ไม่มีการใส่เอมอร์พบช่วงการ

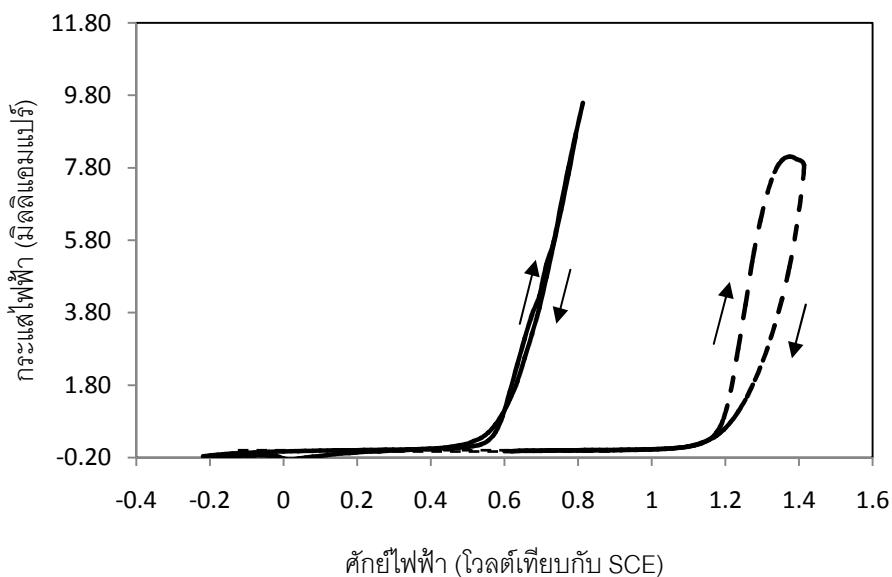
เกิดปฏิกิริยาของชีเดชันที่ประมาณ 1.2 โวลต์เทียบกับ SCE ซึ่งคาดว่าเป็นการเกิดออกซิเดชันของออกซิเจนในสารละลาย โดยมีค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานอยู่ที่ประมาณ 1.2 โวลต์เทียบกับ SCE [46]



ภาพที่ 4.1 ไซคลิกโอลแทนมิแกรมการเกิดปฏิกิริยาอิเล็กโทรโพลิเมอร์ไวเซชันของสารละลายอิเล็กโทรไลต์ (—) พิริโอลомнอมอร์เข้มข้น 0.1 มอลต่อลิตร ในสารละลายโซเดียมโดเดซิลซัลเฟตเข้มข้น 0.15 มอลต่อลิตร และ (- - -) สารละลายโซเดียมโดเดซิลซัลเฟตความเข้มข้น 0.15 มอลต่อลิตร

4.1.1.2 การสังเคราะห์พอลิพิริโอลในสารละลายกรดซัลฟิวริก

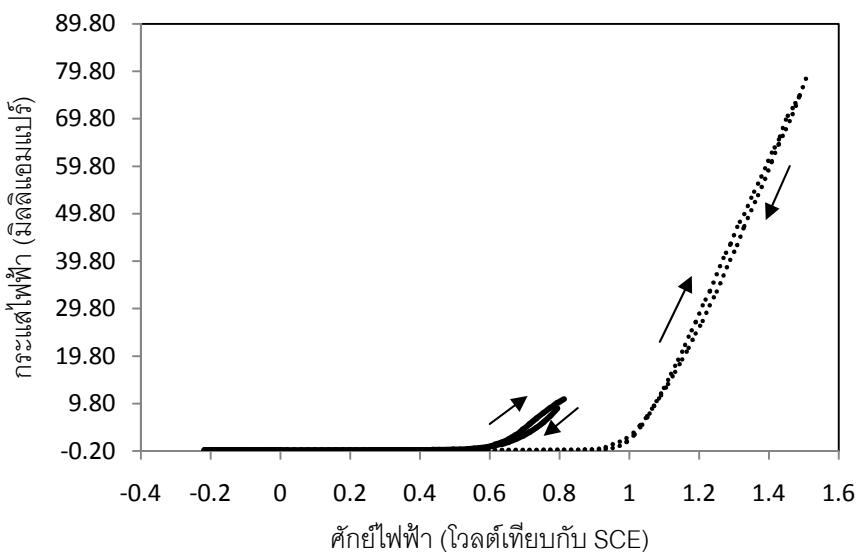
ทำการปรับเปลี่ยนชนิดของสารสนับสนุนอิเล็กโทรไลต์ที่ใช้ในการหาภาวะที่เหมาะสมในการสังเคราะห์พอลิพิริโอลลงบนเหล็กกล้าไวร์สันิม โดยทำการเตรียมการสังเคราะห์ในสารละลายอิเล็กโทรไลต์พิริโอลомнอมอร์ความเข้มข้น 0.1 มอลต่อลิตร ในสารละลายกรดซัลฟิวริกความเข้มข้น 0.1 มอลต่อลิตร มีค่าความเป็นกรด-เบสเท่ากับ 1.3 ซึ่งมีสมบัติเป็นกรดแก่ และมีค่าการนำไฟฟ้าเท่ากับ 22.1 มิลลิชีเมนต์ต่อตารางเซนติเมตร จากผลการทดลองภาพที่ 4.2 พบร่วมกันของพิริโอลเกิดปฏิกิริยาของชีเดชันบนผิวของเหล็กกล้าไวร์สันิมอยู่ที่ค่าศักย์ไฟฟ้าประมาณ 0.6 โวลต์เทียบกับ SCE ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Joseph และคณะ [45] พอลิพิริโอลที่ทำการสังเคราะห์ได้บนผิวของเหล็กกล้าไวร์สันิมจะมีสีดำ และผิวมีลักษณะเรียบ



ภาพที่ 4.2 ใช้คลิกโวลแทนโนมแกรมการเกิดปฏิกิริยาอิเล็กโทรโพลิเมอร์ไวเซ็นของสารละลายนิลีกโตรไลต์ (——) พิริโอลомнอมอร์เข้มข้น 0.1 มอลต่อลิตร ในสารละลายนกรดซัลฟิวริกเข้มข้น 0.1 มอลต่อลิตร และ (- - -) สารละลายนกรดซัลฟิวริกเข้มข้น 0.1 มอลต่อลิตร

4.2.1.3 การสังเคราะห์พอลิพิริโอลในสารละลายนกรดออกชาลิก

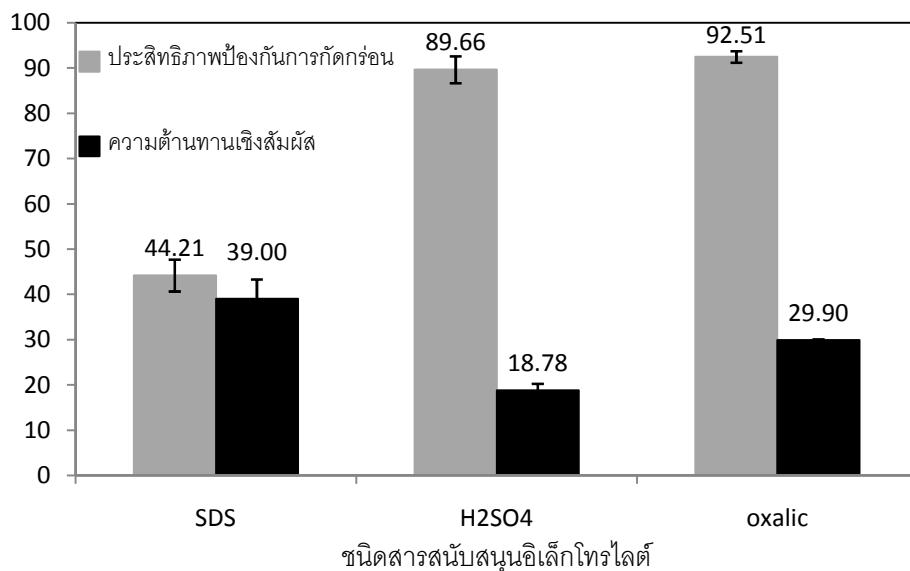
ทำการปรับเปลี่ยนชนิดของสารสนับสนุนนิลีกโตรไลต์ที่ใช้ในการหาภาวะที่เหมาะสมในการสังเคราะห์พอลิพิริโอลลงบนเหล็กกล้าไวร์สนิม โดยทำการเตรียมการสังเคราะห์ในสารละลายนิลีกโตรไลต์พิริโอลомнอมอร์ความเข้มข้น 0.1 มอลต่อลิตร ในสารละลายนกรดออกชาลิกความเข้มข้น 0.5 มอลต่อลิตร มีค่าความเป็นกรด-เบสเท่ากับ 1.24 ซึ่งมีสมบัติเป็นกรดแก่ และมีค่าการนำไฟฟ้าเท่ากับ 39.25 มิลลิชีเมนต์ต่อตารางเซนติเมตร จากผลการทดลองภาพที่ 4.3 พบร่วงมอนอมอร์พิริโอลเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันบนผิวของเหล็กกล้าไวร์สนิมอยู่ที่ค่าศักย์ไฟฟ้าประมาณ 0.6 โวลต์เทียบกับ SCE ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Hasanov และ Bilgic [35] โดยลักษณะพอลิเมอร์ที่สังเคราะห์ได้มีลักษณะเรียบ นอกจานนี้เมื่อทำการวิเคราะห์ด้วยสารละลายนิลีก แสดงว่ามีลักษณะเดียวกับภาพที่ 4.3 พบว่ารูปแบบของพอลิเมอร์พิริโอลเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันบนผิวของเหล็กกล้าไวร์สนิมอยู่ที่ค่าศักย์ไฟฟ้าประมาณ 0.6 โวลต์เทียบกับ SCE ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Hasanov และ Bilgic [35] โดยลักษณะพอลิเมอร์ที่สังเคราะห์ได้มีลักษณะเรียบ นอกจานนี้เมื่อทำการวิเคราะห์ด้วยสารละลายนิลีก แสดงว่ามีลักษณะเดียวกับภาพที่ 4.3 พบว่ารูปแบบของพอลิเมอร์พิริโอลเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันบนผิวของเหล็กกล้าไวร์สนิมอยู่ที่ค่าศักย์ไฟฟ้าประมาณ 0.6 โวลต์เทียบกับ SCE คาดว่าเกิดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันของกรดออกชาลิก ซึ่งมีค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานอยู่ที่ประมาณ 1 โวลต์เทียบกับ SCE [47]



ภาพที่ 4.3 ไซคลิกโวลแท็มโมแกรมการเกิดปฏิกิริยาอิเล็กโทรโพลิเมอร์ไวเซ็นของสารละลายนิ่วในสารละลายน้ำและกรดออกซิเจน เครื่องมือวัดความต้านทานเชิงสัมผัส พบร่วมกับการสังเคราะห์ในสารละลายน้ำและกรดออกซิเจน 0.1 มลต่อลิตร ในสารละลายน้ำและกรดออกซิเจน 0.5 มลต่อลิตร และสารละลายน้ำและกรดออกซิเจน 0.1 มลต่อลิตร

เมื่อนำแผ่นเหล็กกล้าไร้สนิมที่เคลือบด้วยพอลิพิโตรลด้วยวิธีไซคลิกโวลแท็มเมทร์ในช่วงค่าศักย์ไฟฟ้า -0.2 ถึง 0.8 โลต์เทียบกับ SCE ในสารสนับสนุนอิเล็กโทรไพล์ต์ต่างชนิดกันไปทดสอบ ความสามารถในการป้องกันการกัดกร่อนและความต้านทานเชิงสัมผัส พบร่วมกับการสังเคราะห์ในสารละลายน้ำและกรดออกซิเจน 0.1 มลต่อลิตร ในสารละลายน้ำและกรดออกซิเจน 0.5 มลต่อลิตร จะให้ประสิทธิภาพในการป้องกันการกัดกร่อนดีที่สุดถึงร้อยละ 92.51 ดังภาพที่ 4.4 ส่วนการสังเคราะห์ในสารละลายน้ำเดี่ยวโดยเดียวโดยเดชิลชัลเฟตันน์ จะเห็นได้ว่าได้ค่าประสิทธิภาพในการป้องกันการกัดกร่อนต่ำที่สุด เมื่อทำการสังเกตกราฟไซคลิกโวลแท็มโมแกรมของการเกิดปฏิกิริยาอิเล็กโทรโพลิเมอร์ไวเซ็นในสารละลายน้ำและกรดเบรี่ยบเทียบกับ พบร่วมค่าศักย์ไฟฟ้าของการเกิดปฏิกิริยาในสารละลายน้ำเดี่ยวโดยเดชิลชัลเฟตมีค่าต่ำที่สุด จึงคาดว่าพิล์มพอลิเมอร์ที่สังเคราะห์ในสารละลายน้ำเดี่ยวได้รีวะ และเมื่อสังเกตไซคลิกโวลแท็มโมแกรมจะพบว่าเส้นขากลับของกราฟต่างจากขาไปมากกว่าสารละลายน้ำและกรดเบรี่ยบเทียบกับ พบร่วมที่ทำการสังเคราะห์ได้ดี อาจเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากผลของการถูกออกซิไดซ์ ไอออนในสารละลายน้ำและกรดที่ทำการทดสอบการกัดกร่อนจึงสามารถเข้าไปทำลายผิวเหล็กกล้าไร้สนิมได อีกทั้งในสารละลายน้ำเดี่ยวโดยเดชิลชัลเฟตมีสมบัติเป็นสารลดแรงตึงผิว ดังนั้นสารละลายน้ำจึงมีลักษณะเป็นฟอง ทำให้ระหว่างการสังเคราะห์อาจมีอากาศเข้าไปแทรกระหว่างผิวของพิล์มกับเหล็กกล้าไร้สนิมได [36] ดังนั้นขั้นของพอลิพิโตรล

พิล์มจึงอาจสังเคราะห์ได้ไม่แนบสนิทกับผิวของเหล็กกล้าไวร์สนิม และเมื่อนำเข้าทำงานไปวัดค่าความต้านทานเชิงสัมผัสพบว่าการสังเคราะห์พอลิพิร์โรลในสารละลายโซเดียมโดเดซิลซัลเฟตมีค่ามากที่สุด เนื่องจากพิล์มที่ทำการสังเคราะห์ได้มีความหนาค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับสารละลายอีกสองชนิด รองลงมาคือสารละลายกรดออกซิลิก และสารละลายกรดซัลฟิวเริก ตามลำดับ



ภาพที่ 4.4 ประสีทิภิภาคป้องกันการกัดกร่อนและความต้านทานเชิงสัมผัสของการสังเคราะห์พอลิพิร์โรลในสารละลายพิร์โรลомнอมอเมอร์ 0.1 มอลต่อลิตร ในสารสนับสนุนอิเล็กโทรไลต์โซเดียมโดเดซิลซัลเฟตความเข้มข้น 0.15 มอลต่อลิตร สารละลายกรดซัลฟิวเริกความเข้มข้น 0.1 มอลต่อลิตร และสารละลายกรดออกซิลิกความเข้มข้น 0.5 มอลต่อลิตร

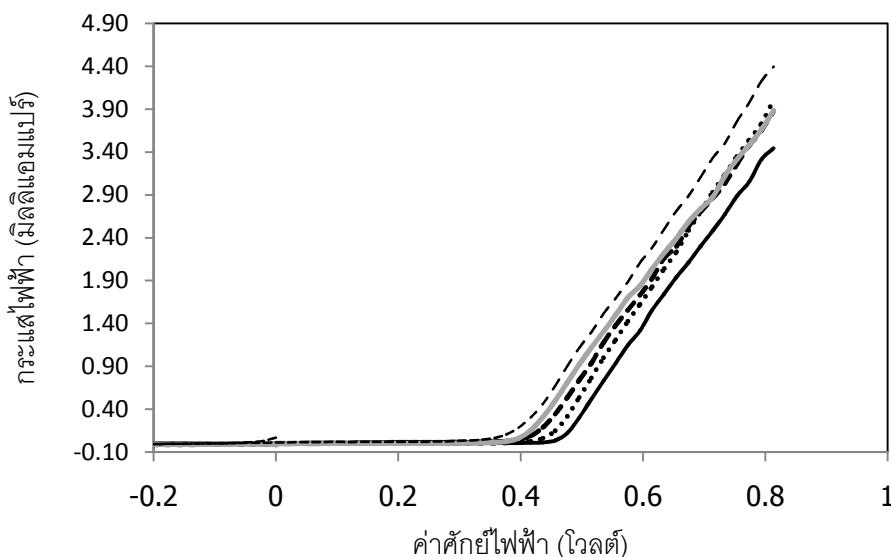
4.2.2 ผลความเข้มข้นของพิร์โรลомнอมอเมอร์ที่ใช้ในการสังเคราะห์

การทดลองในส่วนนี้ ได้ทำการปรับเปลี่ยนค่าความเข้มข้นของพิร์โรลомнอมอเมอร์ที่ใช้ตั้งแต่ 0.1 มอลต่อลิตร ถึง 0.5 มอลต่อลิตร เพื่อดูผลต่อการสังเคราะห์ ค่าความสามารถในการป้องกันการกัดกร่อน และค่าความต้านทานที่ผิวสัมผัสของชิ้นงานในสารละลายอิเล็กโทรไลต์แต่ละชนิด

4.2.2.1 การสังเคราะห์พอลิพิร์โรลในสารละลายโซเดียมโดเดซิลซัลเฟตความเข้มข้น 0.15 มอลต่อลิตร

จากการสังเคราะห์พอลิพิร์โรลโดยวิธีโซเดียมโดเดซิลซัลเฟตความเข้มข้น 0.15 มอลต่อลิตร พบร่วมกับการสังเคราะห์พอลิพิร์โรลในสารละลายโซเดียมโดเดซิลซัลเฟตความเข้มข้น 0.5 มอลต่อลิตร ค่ากระแทกไฟฟ้าในการ

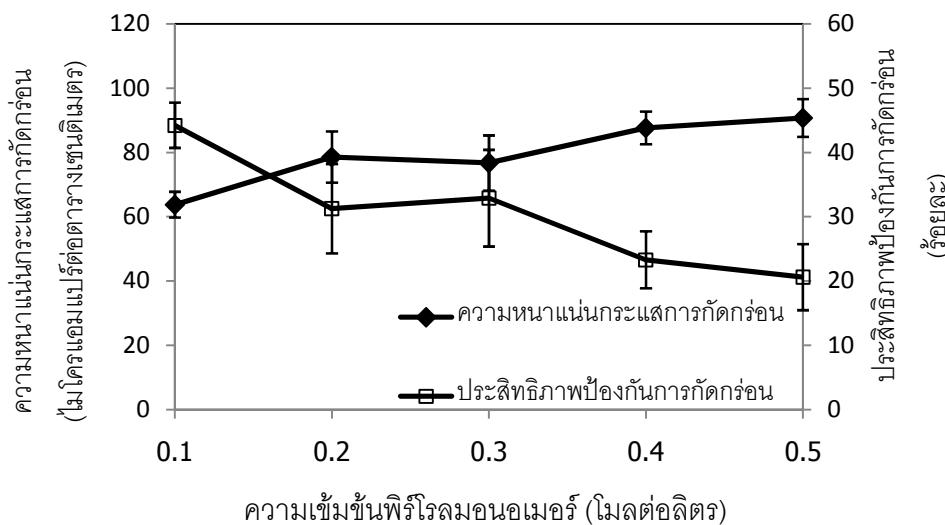
เกิดปฏิกิริยาจะสูงขึ้นเมื่อเพิ่มความเข้มข้นของมอนอเมอร์ ทำให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาอิเล็ก tro-polymorene/RV เซ็นของพิริโอลомнอมอร์เกิดได้มากขึ้นตามลำดับ โดยแสดงดังภาพที่ 4.5 และส่งผลให้ความหนาของฟิล์มที่ทำการสังเคราะห์ได้เพิ่มขึ้นตามความเข้มข้นของมอนอเมอร์ที่มากขึ้นดังตารางที่ 4.2 ซึ่งเป็นไปตามกฎของฟาราเดีย



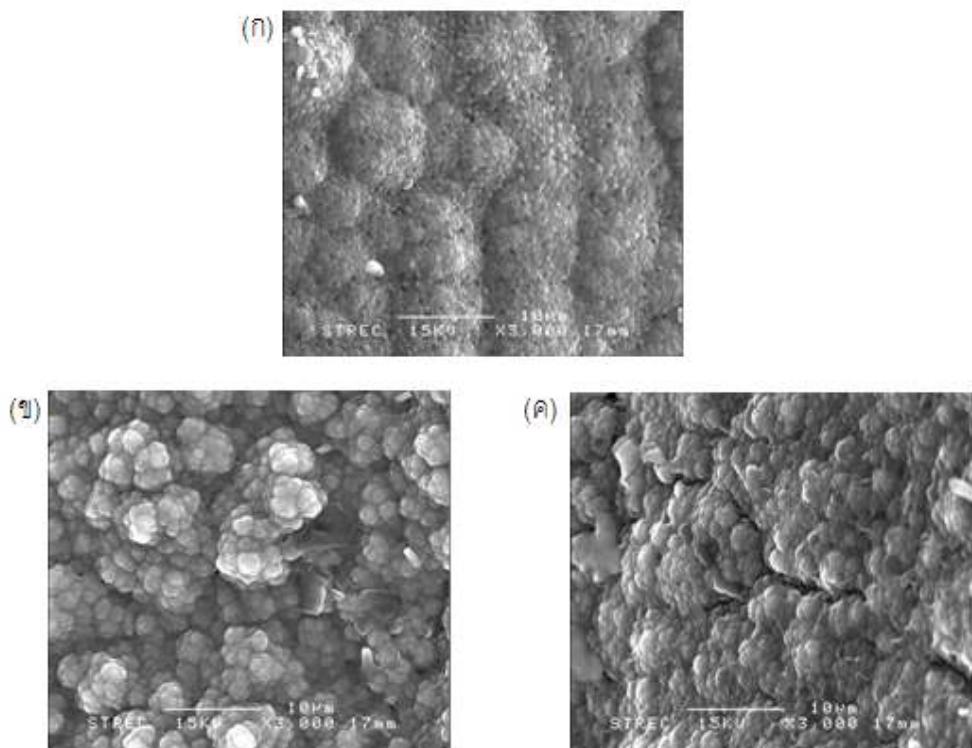
ภาพที่ 4.5 ใช้คลิกโกลแทนโมเดลและการเกิดปฏิกิริยาอิเล็ก tro-polymorene/RV เซ็นฟังการเกิดออกซิเดชันของ พอกลิพิริโอลในสารละลายอิเล็ก tro-ไลด์ของโซเดียมไดเดซิลซัลเฟตเข้มข้น 0.15 มอล ต่อลิตร โดยทำการปรับเปลี่ยนค่าความเข้มข้นของมอนอเมอร์พิริโอล (—) 0.1 มอลต่อลิตร (.....) 0.2 มอลต่อลิตร (- - -) 0.3 มอลต่อลิตร (——) 0.4 มอล ต่อลิตร และ (----) 0.5 มอลต่อลิตร

เมื่อนำชิ้นงานที่ทำการสังเคราะห์ได้ไปทดสอบการป้องกันการกัดกร่อนพบว่า เมื่อ ความหนาของชิ้นงานเพิ่มมากขึ้นทำให้ค่าความหนาแน่นกระแทกส่วนที่กัดกร่อนมีค่าเพิ่มสูงขึ้น หรือประสิทธิภาพในการป้องกันการกัดกร่อนมีค่าต่ำลง ซึ่งแสดงได้ดังภาพที่ 4.6 โดยค่า ความหนาแน่นกระแทกส่วนที่กัดกร่อนที่ทำการวัดได้ ถือว่ายังไม่อุ่นในเกณฑ์มาตรฐานของแผ่น นำกระแทกไฟฟ้าแบบสองชั้น (ควรต่ำกว่า 16 ไมโครแอมเปอร์ต่อตารางเซนติเมตร [48]) เมื่อ ความหนาของฟิล์มที่ทำการสังเคราะห์ได้มีค่าเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้การยึดเกาะระหว่างฟิล์ม กับเหล็กกล้าไร้สนิมไม่ดี อีกทั้งค่าความเข้มข้นมอนอเมอร์มากขึ้นจะส่งผลให้การจัดเรียงตัว ของอนุภาคพอกลิเมอร์และการพอกพูนที่สูงจนทำให้ผิวของพอกลิเมอร์ฟิล์มแตกได้ในที่สุด ซึ่ง สามารถยืนยันผลได้จากการศึกษาลักษณะโครงสร้างทางสัณฐานวิทยาของพอกลิพิริโอลด้วย กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสองกราด จากภาพที่ 4.7 ง-ค แสดงลักษณะพื้นผิวของ

ฟิล์มพอลิพิริโอลที่ทำการสังเคราะห์ได้ที่ความเข้มข้นของพิริโอลมอนอเมอร์ที่แตกต่างกันพบว่า ที่ความเข้มข้นของพิริโอลมอนอเมอร์ 0.3 มอลต่อลิตร อนุภาคของพอลิเมอร์เริ่มจับเป็นกลุ่มก้อนที่มากขึ้น และที่ความเข้มข้นพิริโอลมอนอเมอร์ 0.5 มอลต่อลิตร เกิดรอยแตกที่ผิวของฟิล์มที่ทำการสังเคราะห์ได้



ภาพที่ 4.6 ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นกระแสแข็งและการกัดกร่อนและประสิทธิภาพป้องกันการกัดกร่อน โดยสังเคราะห์ในสารละลายนิลีกโควิล์ตของโซเดียมไดเดซิลซัลเฟต ความเข้มข้น 0.15 มอลต่อลิตร และพิริโอลมอนอเมอร์เข้มข้น 0.1 ถึง 0.5 มอลต่อลิตร

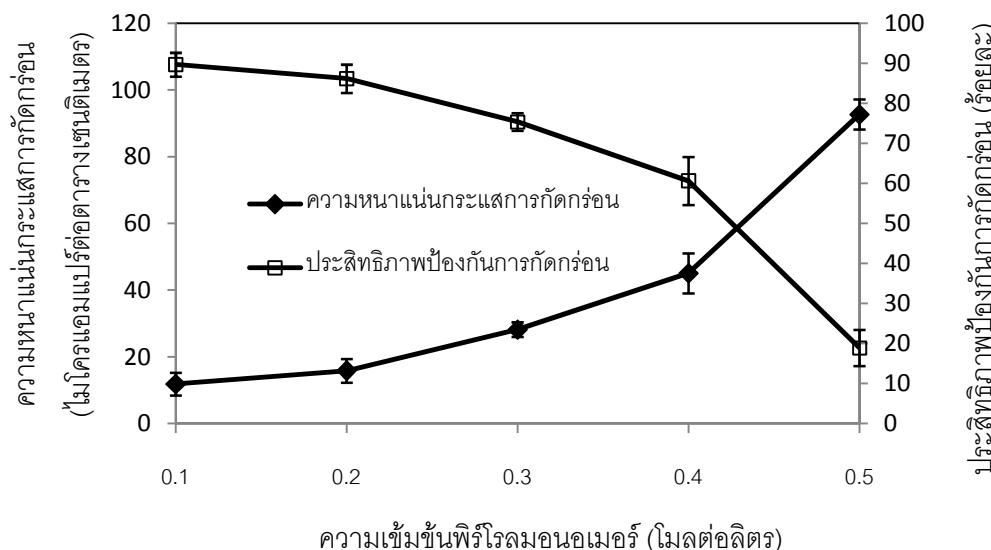


ภาพที่ 4.7 โครงสร้างทางสัณฐานวิทยาของพิล์มโพลิพิร์โอลโดยสังเคราะห์ในสารละลายอิเล็ก tro ไลต์ของโซเดียมโดเดซิลซัลเฟตความเข้มข้น 0.15 มิลลิตร แล้วพิร์โอลมอนอเมอร์ความเข้มข้น (ก) 0.1 มิลลิตร (ข) 0.3 มิลลิตร และ (ค) 0.5 มิลลิตร ที่กำลังขยาย 3,000 เท่า

4.2.2.2 การสังเคราะห์พอลิพิร์โอลในสารละลายกรดซัลฟิวริก

จากการสังเคราะห์พอลิพิร์โอลโดยวิธีโซเดียมแอลกอฮอล์ในสารละลายกรดซัลฟิวริก ความเข้มข้น 0.1 มิลลิตรพบว่าเมื่อทำการปรับเปลี่ยนค่าความเข้มข้นของพิร์โอลมอนอเมอร์ตั้งแต่ 0.1 มิลลิตรถึง 0.5 มิลลิตร ผลของการป้องกันการกัดกร่อนมีแนวโน้มเดียวกับการสังเคราะห์ในสารละลายโซเดียมโดเดซิลซัลเฟต นั่นคือเมื่อเพิ่มความเข้มข้นของพิร์โอลมอนอเมอร์ พิล์มที่ทำการสังเคราะห์ได้มีความหนาขึ้น ทำให้การยึดเกาะระหว่างพิล์มกับเหล็กกล้าได้สนิมไม่ได้ทำให้ค่าความหนาแน่นกระแทกการกัดกร่อนมีค่าเพิ่มสูงขึ้น หรือประสีทวิภาพในการป้องกันการกัดกร่อนมีค่าต่ำลง ซึ่งแสดงได้ดังภาพที่ 4.8 และเมื่อทำการเปรียบเทียบการสังเคราะห์พอลิพิร์โอลในสารสนับสนุนอิเล็ก tro ไลต์ระหว่างสารละลายโซเดียมโดเดซิลซัลเฟตกับสารละลายกรดซัลฟิวริกในความเข้มข้นสารละลายพิร์โอล

มอนอเมอร์เท่ากัน พบร่วงการสังเคราะห์พอลิพิร์โอลในสารละลายน้ำกรดซัลฟิวเริกจะให้ประสิทธิภาพในการป้องกันการกัดกร่อนสูงกว่า และที่ความเข้มข้นของพิร์โอลมอนอเมอร์ 0.1 มอลต่อลิตร จะให้ค่าความหนาแน่นกระเสกากรกัดกร่อนต่ำที่สุด หรือค่าประสิทธิภาพป้องกันการกัดกร่อนสูงที่สุดถึงร้อยละ 89.66 ดังภาพที่ 4.10 แต่ถ้าลดความเข้มข้นของพิร์โอลมอนอเมอร์เท่ากับ 0.05 มอลต่อลิตร การเคลือบจะเกิดขึ้นไม่ทั่วทั้งแผ่นเหล็กกล้าไว้สนิม

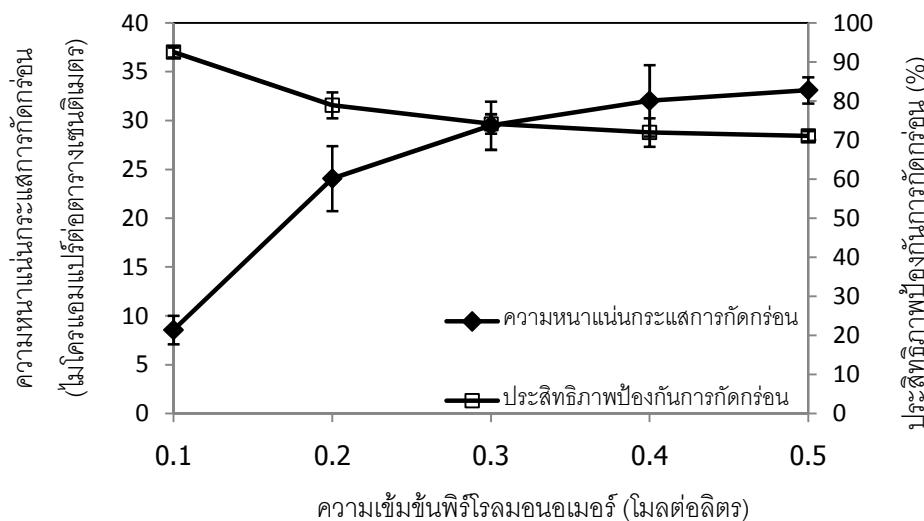


ภาพที่ 4.8 ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นกระเสกากรกัดกร่อน โดยสังเคราะห์ในสารละลายน้ำกรดซัลฟิวเริก 0.1 มอลต่อลิตร และพิร์โอลมอนอเมอร์เข้มข้น 0.1 ถึง 0.5 มอลต่อลิตร

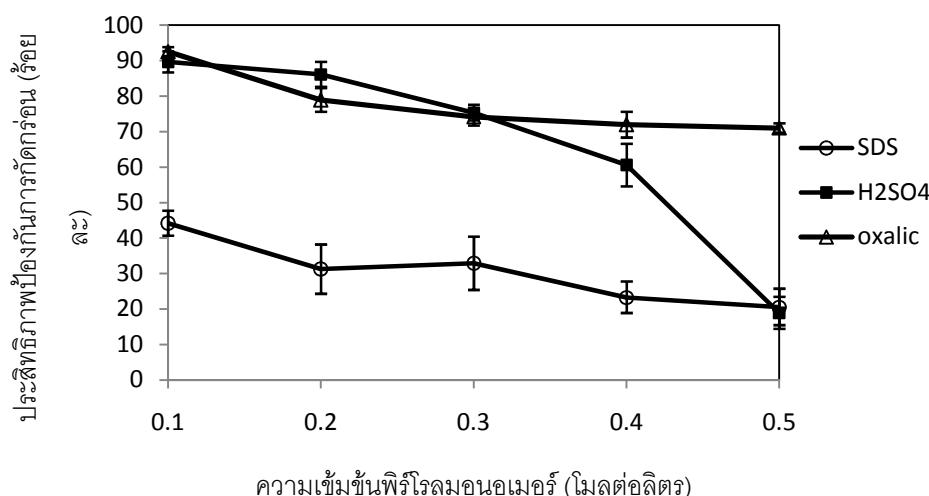
4.2.2.3 การสังเคราะห์พอลิพิร์โอลในสารละลายน้ำกรดออกซิลิก

เมื่อทำการเปลี่ยนสารสนับสนุนอิเล็กโทรไลต์เป็นสารละลายน้ำกรดออกซิลิกความเข้มข้น 0.5 มอลต่อลิตร พบร่วงเมื่อทำการปรับเปลี่ยนค่าความเข้มข้นของพิร์โอลมอนอเมอร์ ตั้งแต่ 0.1 มอลต่อลิตร ถึง 0.5 มอลต่อลิตร ผลของการป้องกันการกัดกร่อนมีแนวโน้มเช่นเดียวกับการสังเคราะห์ในสารละลายน้ำกรดซัลฟิวเริก แต่เมื่อเพิ่มความเข้มข้นของพิร์โอลมอนอเมอร์ การยึดเกาะระหว่างพิล์มกับเหล็กกล้าไว้สนิมจะต่ำลงเนื่องจากความหนาที่เพิ่มมากขึ้น [20] ทำให้ค่าความหนาแน่นกระเสกากรกัดกร่อนมีค่าเพิ่มสูงขึ้น หรือประสิทธิภาพในการป้องกันการกัดกร่อนมีค่าต่ำลง ซึ่งแสดงได้ดังภาพที่ 4.9 และเมื่อนำไปเปรียบเทียบการสังเคราะห์พอลิพิร์โอลในสารละลายน้ำกรดออกซิลิกกับสารละลายน้ำกรดซัลฟิวเริกในความเข้มข้นของสารละลายน้ำกรดพิร์โอลมอนอเมอร์เท่ากัน

พบว่าการสังเคราะห์พอลิพิโอลในสารละลายน้ำดีออกซิเจนจะให้ประสิทธิภาพในการป้องกันการกัดกร่อนสูงที่สุด และที่ความเข้มข้นของพิโอลมอนโนเมอร์ 0.1 มอลต่อลิตร จะให้ค่าความหนาแน่นกระเสกาการกัดกร่อนต่ำที่สุดดังภาพที่ 4.10 ซึ่งถือเป็นค่าที่สูงกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้สำหรับแผ่นนำกระเสไฟฟ้าแบบสองชั้น (ควรต่ำกว่า 16 ไมโครแอมเปอร์ต่อตารางเซนติเมตร, [48]) หรือค่าประสิทธิภาพป้องกันการกัดกร่อนสูงที่สุดถึงร้อยละ 92.51



ภาพที่ 4.9 ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นกระเสกาการกัดกร่อนและประสิทธิภาพป้องกันการกัดกร่อน โดยสังเคราะห์ในสารละลายน้ำดีออกซิเจน 0.1 ถึง 0.5 มอลต่อลิตร และพิโอลมอนโนเมอร์เข้มข้น 0.1 ถึง 0.5 มอลต่อลิตร



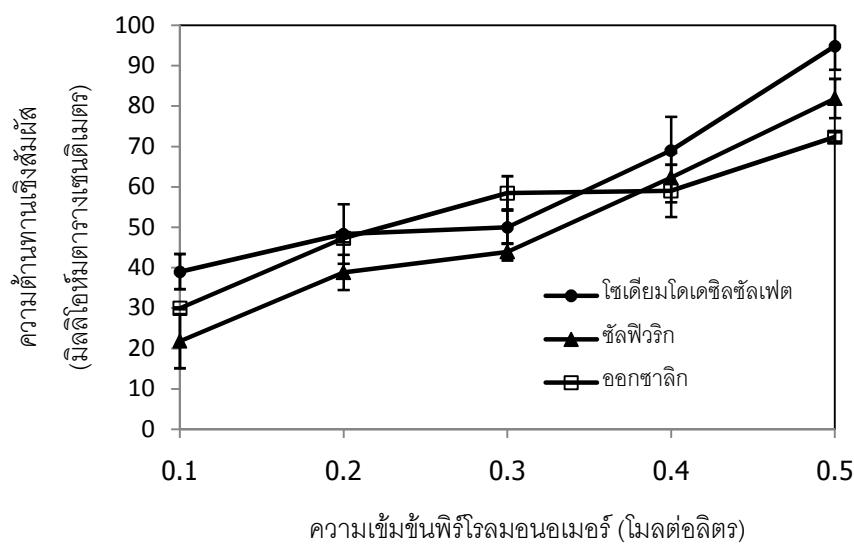
ภาพที่ 4.10 ประสิทธิภาพการป้องกันการกัดกร่อนของการสังเคราะห์พอลิพิโอลด้วยวิธีไซคลิกโอลแทกเมทรี ในสารละลายน้ำดีออกซิเจนพิโอลมอนโนเมอร์เข้มข้น 0.1 ถึง 0.5 มอลต่อลิตร กับสารสนับสนุนอิเล็กโทรไลด์สามชนิด

เมื่อนำขึ้นงานที่ทำการสังเคราะห์ได้ไปทดสอบวัดค่าความด้านทานเชิงสัมผัส พบร่วมกับการสังเคราะห์พอลิพิร์โอลในสารละลายพิร์โอลมอนอเมอร์ความเข้มข้นตั้งแต่ 0.1 มอลต่อลิตร ถึง 0.5 มอลต่อลิตร กับสารสนับสนุนอิเล็กโทรไลต์ทั้งสามชนิด พบร่วมเมื่อเพิ่มความเข้มข้นของพิร์โอลมอนอเมอร์ ส่งผลให้ค่าความด้านทานเชิงสัมผัสของขึ้นงานมีค่าสูงขึ้น เนื่องจากขึ้นงานที่เพิ่มความเข้มข้นของมอนอเมอร์ผิวพอลิเมอร์ที่ทำการสังเคราะห์ได้จะหนากร่วงต่างจากที่ 4.2 ส่งผลให้ค่าความด้านทานเชิงสัมผัสมีแนวโน้มที่สูงขึ้นดังแสดงในภาพที่ 4.11 และการสังเคราะห์พอลิพิร์โอลในสารละลายพิร์โอลมอนอเมอร์ที่ความเข้มข้น 0.1 มอลต่อลิตร ในสารสนับสนุนอิเล็กโทรไลต์กรดซัลฟิวริก จะให้ค่าความด้านทานเชิงสัมผัสด้วยตัวที่สุด รองลงมาคือ กรดออกชาลิก และโซเดียมโดเดซิลซัลเฟต ตามลำดับ ทั้งนี้อาจเนื่องจากว่าโซเดียมโดเดซิลซัลเฟตมีโครงสร้างที่ค่อนข้างใหญ่กว่าสารอีกสองชนิด โครงสร้างไม่เกลูลของพอลิเมอร์ที่ทำการสังเคราะห์ได้จากสารละลายชนิดนี้จึงใหญ่กว่าอีกสองสารละลาย ซึ่งสามารถยืนยันผลได้จากการศึกษาลักษณะโครงสร้างทางสัณฐานวิทยาของพอลิพิร์โอลที่ทำการสังเคราะห์ได้ในสารสนับสนุนอิเล็กโทรไลต์สามชนิดด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กtronแบบส่องกล้อง ดังภาพที่ 4.12 ก-ค จะเห็นว่าการสังเคราะห์ในสารละลายโซเดียมโดเดซิลซัลเฟต ลักษณะอนุภาคของพอลิพิร์โอลจะเกะกันแน่นเมื่อเทียบกับการสังเคราะห์ในสารละลายอื่น ส่วนการสังเคราะห์ในสารละลายกรดซัลฟิวริกและสารละลายกรดออกชาลิกจะให้ผิวของฟิล์มที่ได้มีลักษณะที่บางกว่า

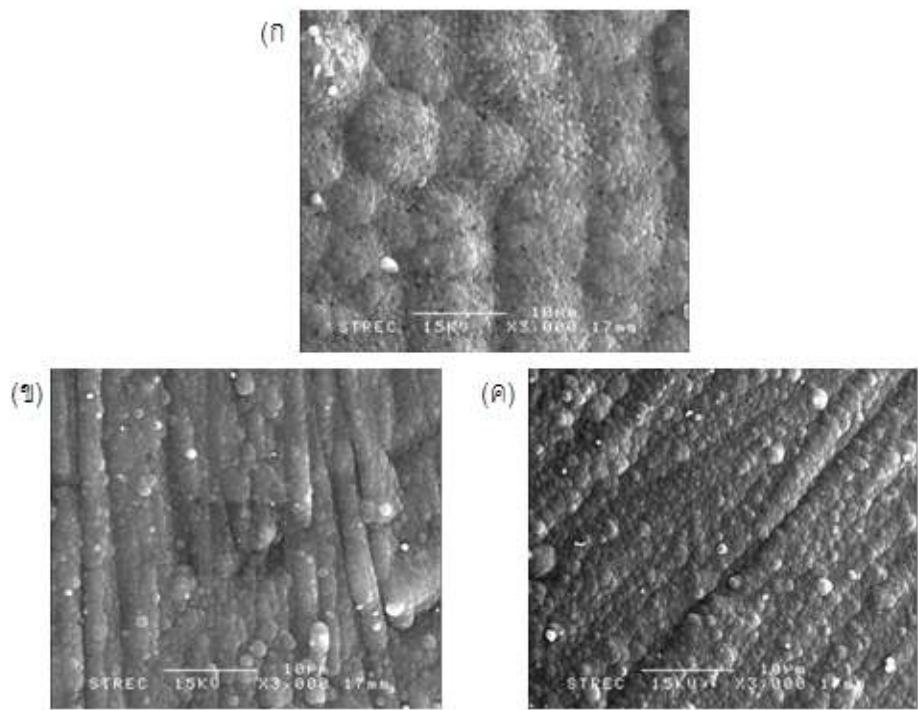
จากการศึกษาช่วงการเกิดปฏิกิริยาของพิร์โอลมอนอเมอร์ด้วยวิธีไซคลิกโอลแทมเมทริ ทำให้ทราบช่วงการเกิดปฏิกิริยาอยู่ที่ค่าศักย์ไฟฟ้าประมาณ 0.5 โอลต์เทียบกับ SCE ดังนั้นในการศึกษาขั้นต่อไปจึงเลือกการสังเคราะห์พอลิพิร์โอลในสารละลายกรดออกชาลิก เนื่องจากให้ค่าการป้องกันการกัดกร่อนสูงที่สุด และค่าความด้านทานเชิงสัมผัสที่ค่อนข้างต่ำ มาทำการสังเคราะห์ด้วยวิธีให้ค่าศักย์ไฟฟ้าคงที่และค่ากราฟแสไฟฟ้าคงที่ในช่วงค่าศักย์ไฟฟ้าและค่ากราฟแสไฟฟ้าที่ได้จากการทดลองในส่วนนี้ต่อไป

ตารางที่ 4.2 ความหนาของชั้นงานที่ทำการสังเคราะห์ด้วยวิธีไซคลิกโอลแทนเมทรีในสารละลายนิเล็กโกร์ไอลต์พิร์โอลมอนอเมอร์เข้มข้น 0.1 ถึง 0.5 มอลต่อลิตร ในสารสนับสนุนนิเล็กโกร์ไอลต์โซเดียมไดเดซิลซัลเฟต กรดซัลฟิวริก และกรดออกซาลิก

ความเข้มข้นพิร์โอล มอนอเมอร์ (มอลต่อลิตร)	ความหนา (ไมโครเมตร)		
	โซเดียมไดเดซิล ซัลเฟต	กรดซัลฟิวริก	กรดออกซาลิก
0.1	30.81±1.23	16.03±2.42	22.02±3.11
0.2	40.80±2.11	32.11±1.21	38.11±2.15
0.3	54.52±2.42	37.32±2.32	56.14±2.32
0.4	65.42±3.25	41.51±2.17	54.34±1.27
0.5	89.23±2.52	43.12±3.13	59.42±2.41



ภาพที่ 4.11 ค่าความต้านทานเชิงสัมผัสของชั้นงานที่ทำการสังเคราะห์ด้วยวิธีไซคลิกโอลแทนเมทรี ในสารละลายนิเล็กโกร์ไอลต์พิร์โอลมอนอเมอร์เข้มข้น 0.1 ถึง 0.5 มอลต่อลิตร กับสารสนับสนุนนิเล็กโกร์ไอลต์สามชนิด



ภาพที่ 4.12 โครงสร้างทางสัณฐานวิทยาของฟิล์มพอลิพิร์โรลโดยสังเคราะห์ในสารละlays อิเล็ก tro ไฟล์ต์ของพิร์โรลอนโนเมอร์ความเข้มข้น 0.1 มอลต่อลิตรกับสารสนับสนุนอิเล็ก tro ไฟล์ต์ (ก) โซเดียมโดเดซิลซัลเฟตความเข้มข้น 0.15 มอลต่อลิตร (ข) กรดซัลฟิวริก ความเข้มข้น 0.1 มอลต่อลิตร และ (ค) กรดออกซากลิกความเข้มข้น 0.5 มอลต่อลิตร ที่ กำลังขยาย 3,000 เท่า

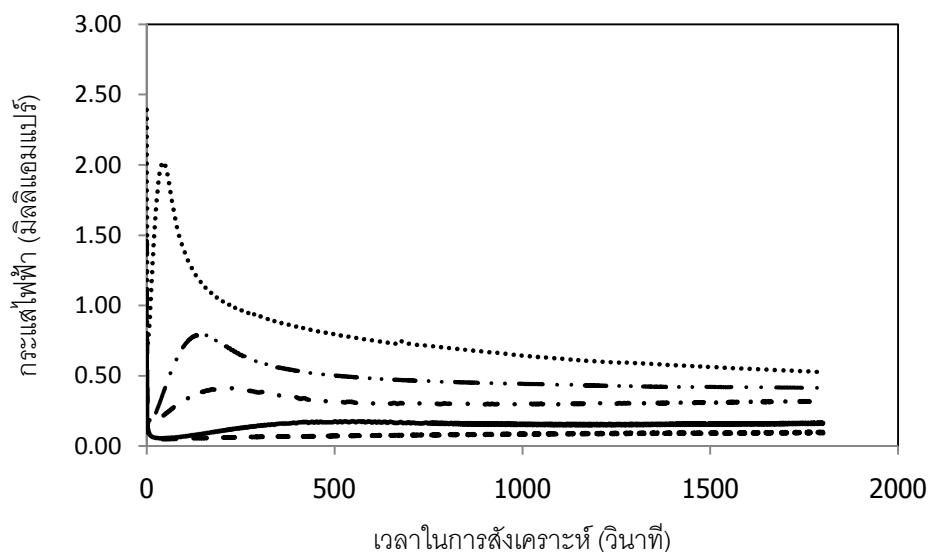
4.3 ศึกษาช่วงค่าศักย์ไฟฟ้าของการเกิดปฏิกิริยาอิเล็ก tro เมื่อใช้ชั้นและภาวะที่ เหมาะสมในการสังเคราะห์พอลิพิร์โรลแบบชั้นเดียวบนเหล็กกล้าไร้สนิมในสาร สนับสนุนอิเล็ก tro ไฟล์ต์กรดออกซากลิกความเข้มข้น 0.5 มอลต่อลิตร โดยเทคนิคให้ค่า ศักย์ไฟฟ้าคงที่

การทดลองในส่วนนี้ได้ทำการปรับเปลี่ยนวิธีในการสังเคราะห์พอลิพิร์โรลลงบนเหล็กกล้า ไร้สนิมด้วยวิธีเคมีไฟฟ้าอิควิวิชันนิ่ง คือวิธีกำหนดให้ค่าศักย์ไฟฟ้าที่ทำการป้อนให้กับระบบมีค่าคงที่ (Potentiostatic) โดยจะศึกษาถึงผลของศักย์ไฟฟ้าในช่วงการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันและศึกษาถึง ผลของเวลาในการสังเคราะห์ที่มีต่อสมบัติฟิล์มพอลิพิร์โรลที่ทำการสังเคราะห์ได้ ซึ่งทำการ สังเคราะห์ในช่วงค่าศักย์ไฟฟ้าที่เกิดปฏิกิริยาของพอลิพิร์โรล ที่ได้จากการศึกษาช่วงการ เกิดปฏิกิริยาจากเทคนิคไซคลิกโอล์แทนเมทรี โดยทำการสังเคราะห์พอลิพิร์โรลในสารละlays

ของพิริโรมอนกอเมอร์ความเข้มข้น 0.1 มอลต่อลิตร และสารสนับสนุนอิเล็กโทรไลต์กรดออกซิลิกความเข้มข้น 0.5 มอลต่อลิตร เนื่องจากเป็นภาวะที่เหมาะสมที่สุดจากหัวข้อที่ 4.2

4.3.1 ผลของค่าศักย์ไฟฟ้าที่ใช้ในการสังเคราะห์

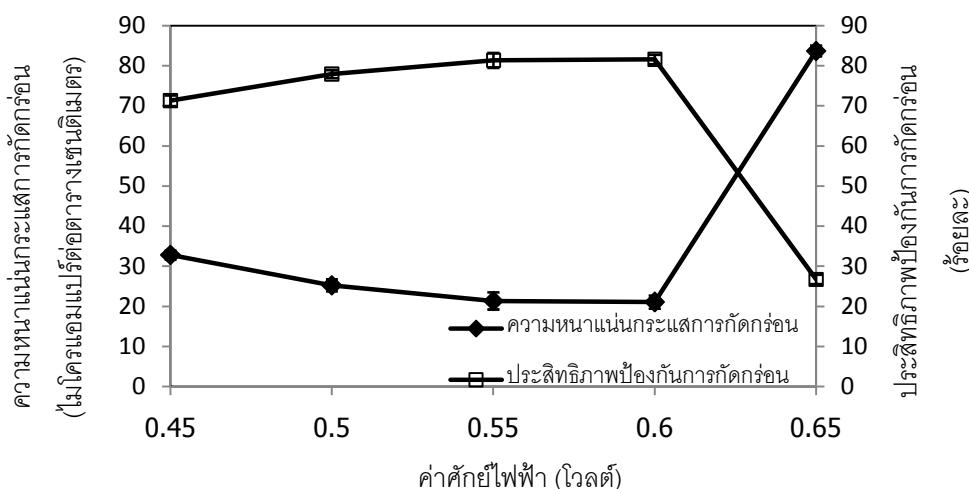
จากการศึกษาช่วงศักย์ไฟฟ้าของการเกิดปฏิกิริยาอิเล็กโทรโพลิเมอร์ไวเซ็นของพอลิพิริโรมในสารละลายกรดออกซิลิกดังภาพที่ 4.3 พบว่าช่วงการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันอยู่ที่ประมาณ 0.45 ถึง 0.65 โวลต์เทียบกับ SCE การทดลองในส่วนนี้จึงได้ทำการปรับเปลี่ยนค่าศักย์ไฟฟ้าที่ป้อนให้กับระบบในช่วงศักย์ไฟฟ้าดังกล่าวโดยกำหนดเวลาในการสังเคราะห์เท่ากับ 1800 วินาทีเท่ากัน ดังแสดงในภาพที่ 4.13 พบว่า ในช่วงแรกค่ากราฟไไฟฟ้าจะลดลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากเกิดออกไซด์ฟิล์มที่ผิวของเหล็กกล้าไร้สนิม หลังจากนั้นค่ากราฟไไฟฟ้าจะเริ่มเพิ่มขึ้นในเวลาต่อมา เนื่องจากการเกิดฟิล์มในระบบนิวเคลียชัน (Nucleation) และต่อมากราฟไไฟฟ้าเริ่มคงที่ เนื่องจากอัตราการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไวเซ็นมากขึ้นทำให้ฟิล์มที่เคลือบชั้นงานมีปริมาณมากขึ้น ตามลำดับ [49]



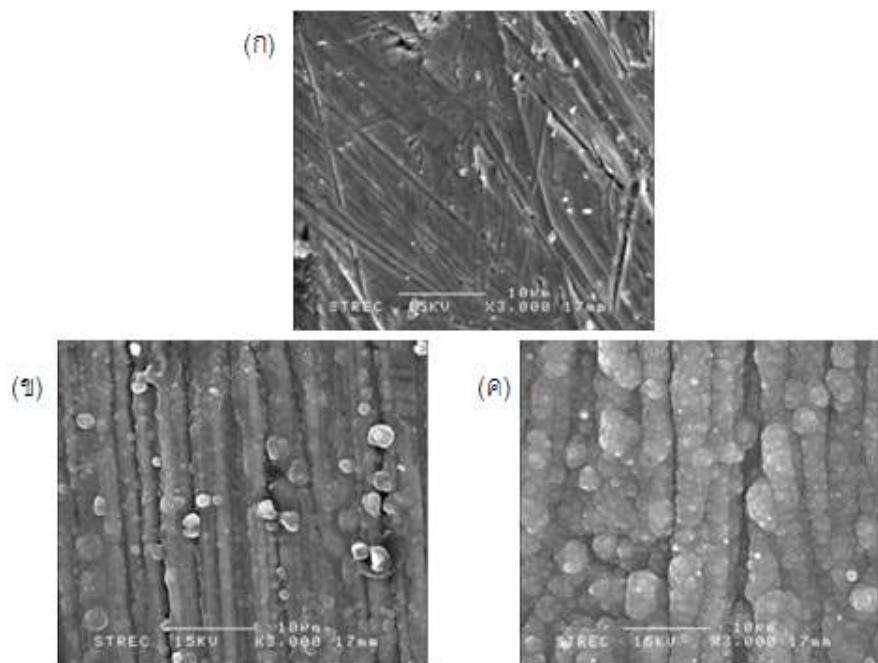
ภาพที่ 4.13 ความสัมพันธ์ระหว่างค่ากราฟไไฟฟ้ากับเวลาในการสังเคราะห์พอลิพิริโรมในสารละลายอิเล็กโทรไลต์ของพิริโรมอนกอเมอร์เข้มข้น 0.1 มอลต่อลิตร และกรดออกซิลิกเข้มข้น 0.5 มอลต่อลิตร ที่ค่าศักย์ไฟฟ้า (- - -) 0.45 โวลต์ (—) 0.50 โวลต์ (---) 0.55 โวลต์ (— · —) 0.60 โวลต์ และ (.....) 0.65 โวลต์

การสังเคราะห์ฟิล์มพอลิพิริโรมในช่วงค่าศักย์ไฟฟ้า 0.45 ถึง 0.65 โวลต์เทียบกับ SCE พบว่าเมื่อให้ค่าศักย์ไฟฟ้าในการสังเคราะห์เพิ่มขึ้น เป็นผลให้ค่ากราฟไไฟฟ้าเพิ่มขึ้นหรืออัตราการ

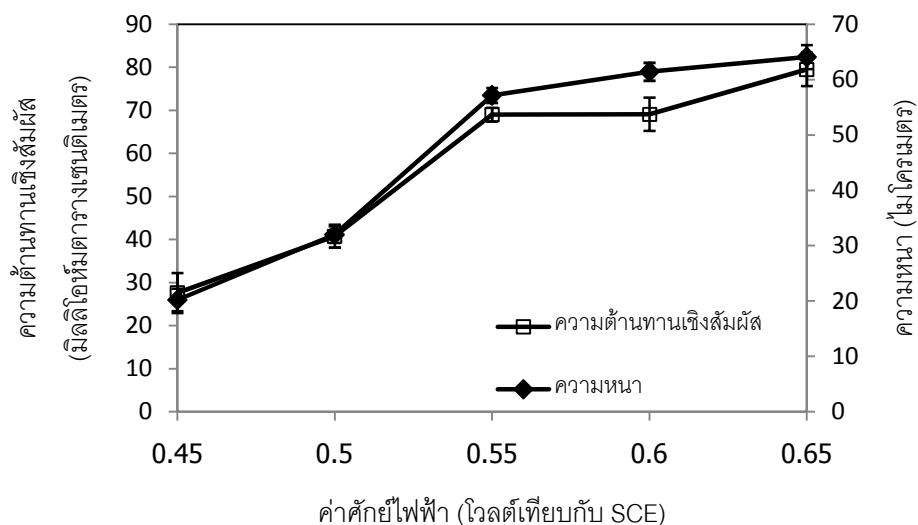
เกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไวเรชันมากขึ้น จากนั้นนำชิ้นงานที่ทำการสังเคราะห์ได้ไปทดสอบการป้องกันการกัดกร่อนในสารละลายน้ำดีไซลิฟิวเริกเข้มข้น 0.1 มอลต่อลิตร พบร่วมกับการสังเคราะห์พอลิพิริโอลที่ค่าศักย์ไฟฟ้า 0.6 โวลต์เทียบกับ SCE จะให้ประสิทธิภาพป้องกันการกัดกร่อนมากที่สุดที่ร้อยละ 81.59 ดังแสดงในภาพที่ 4.14 โดยเมื่อค่าศักย์ไฟฟ้ามากขึ้นที่ระยะเวลาการสังเคราะห์เท่ากัน การป้องกันการกัดกร่อนจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จนที่ค่าศักย์ไฟฟ้า 0.65 โวลต์เทียบกับ SCE การป้องกันการกัดกร่อนจะลดลง อาจเนื่องจากผลของโครงสร้างพอลิพิริโอลฟิล์มที่ไม่เหมาะสมจากการศึกษาลักษณะโครงสร้างทางสัญญาณวิทยาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกล้องของพอลิพิริโอลที่ทำการสังเคราะห์ที่ค่าศักย์ไฟฟ้าต่างกัน ดังภาพที่ 4.15 ก-ค และเนื่องจาก การทดลองในส่วนนี้ได้ทำการสังเคราะห์ที่เวลา 1800 วินาที ซึ่งเวลาในการสังเคราะห์อาจนานเกินไปทำให้การป้องกันการกัดกร่อนยังไม่ดีมาก ในการทดลองต่อไปจึงได้ทำการปรับเปลี่ยนเวลาในการสังเคราะห์ที่ค่าศักย์ไฟฟ้าที่ดีที่สุดในส่วนนี้เป็นช่วงเวลาการสังเคราะห์ตั้งแต่ 300 – 1600 วินาที และเมื่อนำชิ้นงานที่ทำการสังเคราะห์ได้ที่ภาวะค่าความต่างศักย์ต่างๆ ไปทดสอบวัดค่าความต้านทานเชิงสัมผัส พบร่วมกับการเพิ่มค่าศักย์ไฟฟ้าในการสังเคราะห์ส่งผลให้ค่าความต้านทานเชิงสัมผัสนอกชิ้นงานมีค่าสูงขึ้น เนื่องจากผลของความหนาที่มากขึ้น โดยชิ้นงานที่เพิ่มค่าศักย์ไฟฟ้า ผิวฟิล์มที่ทำการสังเคราะห์ได้จะหนากว่า ส่งผลให้ค่าความต้านทานเชิงสัมผัสมีแนวโน้มที่สูงขึ้น ดังแสดงในภาพที่ 4.16



ภาพที่ 4.14 ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าและการกัดกร่อนและประสิทธิภาพป้องกันการกัดกร่อน โดยทำการสังเคราะห์พอลิพิริโอลด้วยวิธีให้ค่าศักย์ไฟฟ้าคงที่ที่ช่วงค่าศักย์ไฟฟ้า 0.45 โวลต์ถึง 0.65 โวลต์เทียบกับ SCE เวลาในการสังเคราะห์ 1800 วินาที



ภาพที่ 4.15 โครงสร้างทางสัณฐานวิทยาของฟิล์มโพลิพีโอลโดยสังเคราะห์ด้วยวิธีให้ค่าศักย์ไฟฟ้าคงที่ ที่ซึ่งค่าศักย์ไฟฟ้า (ก) 0.45 โวลต์ (ข) 0.60 โวลต์ และ (ค) 0.65 โวลต์เทียบกับ SCE เวลาในการสังเคราะห์ 1800 วินาที

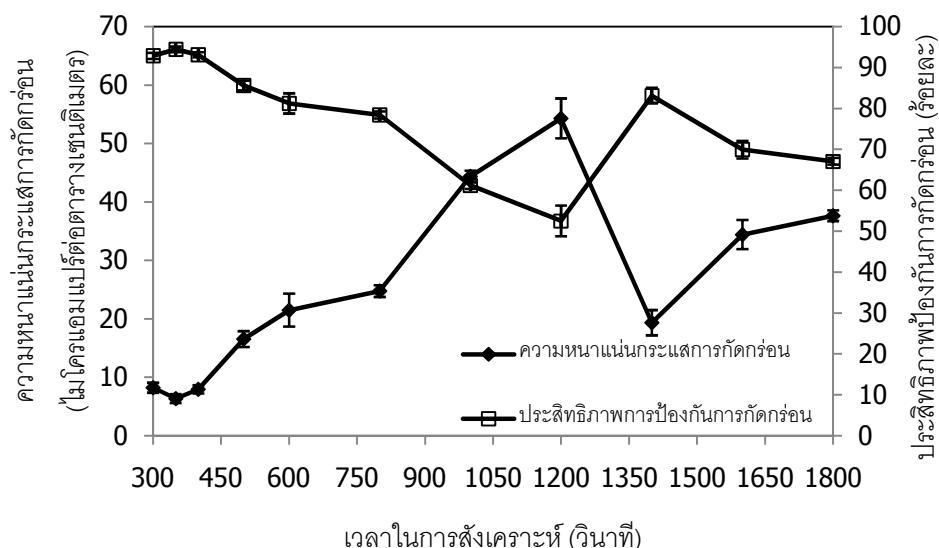


ภาพที่ 4.16 ค่าความต้านทานเชิงสัมผัสและความหนาของชิ้นงานที่ทำการสังเคราะห์ด้วยวิธีให้ค่าศักย์ไฟฟ้าคงที่ ที่ซึ่งค่าศักย์ไฟฟ้า 0.45 โวลต์ ถึง 0.65 โวลต์เทียบกับ SCE เวลาในการสังเคราะห์ 1800 วินาที

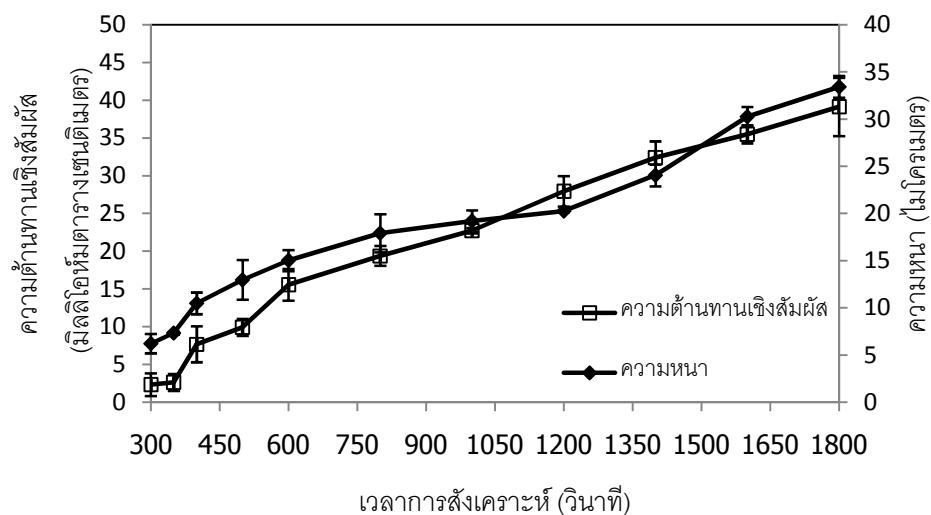
4.3.2 ผลของเวลาที่ใช้ในการสังเคราะห์

การทดลองในส่วนนี้ทำการศึกษาผลของการสังเคราะห์โดยกำหนดค่าศักย์ไฟฟ้าที่ป้อนเท่ากับ 0.6 โวลต์เทียบกับ SCE เนื่องจากเป็นภาวะที่ดีที่สุดจากการสังเคราะห์ในตอนที่ 4.3.1 และทำการปรับเปลี่ยนเวลาในการสังเคราะห์ตั้งแต่ 200 วินาที ถึง 1800 วินาที เพื่อหาภาวะที่ดีที่สุดต่อไป เนื่องจากตั้งสมมุติฐานว่าเวลาในการสังเคราะห์จะส่งผลถึงการจัดเรียงตัวของอนุภาค พอลิเมอร์และความหนาที่ทำการสังเคราะห์ได้ เมื่อนำชิ้นงานไปทดสอบการป้องกันการกัดกร่อนพบว่าเมื่อเวลาในการสังเคราะห์เพิ่มขึ้น ผลการทดลองพบว่าประสิทธิภาพการป้องกันการกัดกร่อนจะมีค่าเพิ่มมากขึ้นในช่วง 300 ถึง 350 วินาทีแรก ดังแสดงในภาพที่ 4.17 เนื่องจากของลักษณะพิล์มที่ทำการสังเคราะห์ได้นั้นเหมาะสมสมสำหรับการป้องกันการกัดกร่อน ซึ่งสามารถยืนยันได้จากผลการศึกษาลักษณะโครงสร้างทางสัณฐานวิทยาของพอลิพิร์โอลด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ในภาพที่ 4.19 ก-ข แสดงลักษณะพื้นผิวของพิล์มพอลิพิร์โอลที่สังเคราะห์ได้ที่เวลา 300 และ 350 วินาที โดยที่เวลาการสังเคราะห์ 350 วินาทีให้ค่าความหนาแน่นกระแทกการกัดกร่อนต่ำที่สุด หรือให้ค่าประสิทธิภาพการป้องกันการกัดกร่อนมากที่สุด ลีนร้อยละ 94.41 โดยที่ภาวะการสังเคราะห์นี้ถือว่าให้ค่าในการป้องกันการกัดกร่อนดีที่สุด เมื่อเทียบกับการทดลองที่ผ่านมาทั้งหมด แต่เมื่อระยะเวลาในการสังเคราะห์เพิ่มขึ้นตั้งแต่ 400 ถึง 1200 วินาทีพบว่า ค่าประสิทธิภาพป้องกันการกัดกร่อนจะลดลง เนื่องจากการยึดติดของพิล์มอาจมีแนวโน้มลดลงเมื่อความหนาเพิ่มมากขึ้น แต่เมื่อเวลาการสังเคราะห์ตั้งแต่เวลา 1400 วินาทีไปนั้น ค่าประสิทธิภาพการป้องกันการกัดกร่อนกลับมาเพิ่มขึ้นอีกรอบ ทั้งนี้ที่ค่าการป้องกันการกัดกร่อนไม่เป็นแนวโน้มเดียวกันอาจเนื่องจากการจัดเรียงตัวของอนุภาคพอลิเมอร์ที่ทำการสังเคราะห์ได้มีหลายรูปแบบ โดยการขาดตัวไปมากของสายโซ่พอลิเมอร์มีอยู่สามลักษณะ คือแบบงอ แบบบิด และแบบเกลียว [50] และเมื่อนำชิ้นงานไปทดสอบค่าความต้านทานเชิงสัมผัสพบว่า เมื่อเวลาในการสังเคราะห์มากขึ้น ค่าความต้านทานเชิงสัมผัสของชิ้นงานจะมีมากขึ้นตามความหนาของชิ้นงานที่ทำการสังเคราะห์ได้ ดังแสดงในภาพที่ 4.18 โดยความหนาที่เพิ่มขึ้นเป็นไปตามหลักการของกฎฟาราเดีย

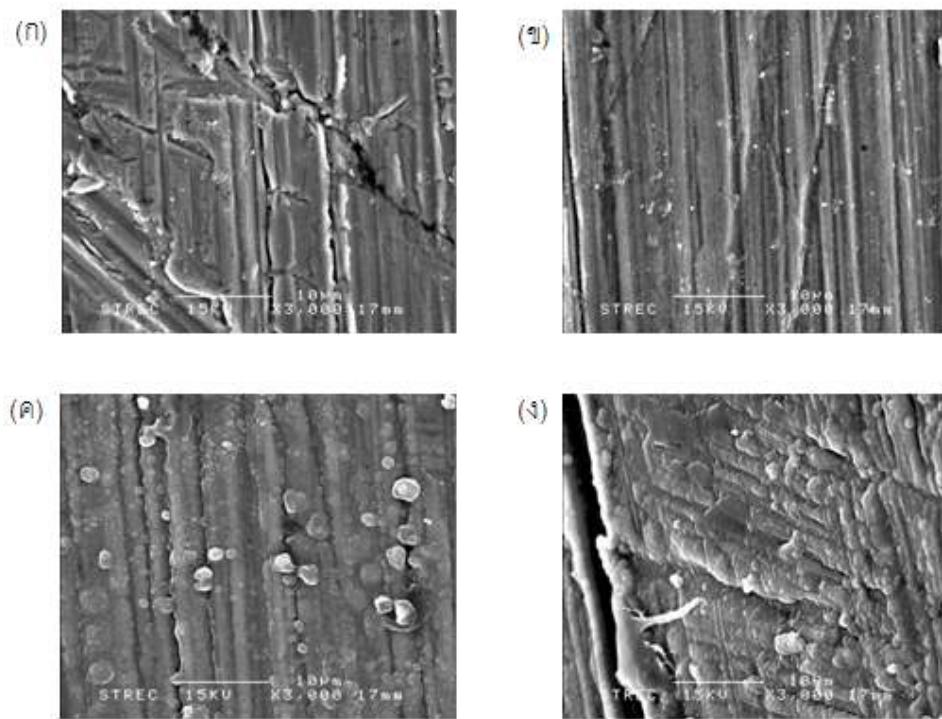
เมื่อนำขั้นงานที่ทำการสังเคราะห์ที่เวลาต่างๆ ไปทำการศึกษาลักษณะโครงสร้างทางสัญญาณวิทยาของพอลิพิร์โอลด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด จากภาพที่ 4.19 แสดงลักษณะพื้นผิวของพีล์มพอลิพิร์โอลที่สังเคราะห์ได้ที่เวลาต่าง ๆ พบว่า (ก) ที่เวลาการสังเคราะห์ 300 วินาที พีล์มที่ทำการสังเคราะห์ได้มีผิวไม่สม่ำเสมอทำให้เห็นรอยที่มาจากการขัดเพื่อเพิ่มการยึดเกาะของเหล็กกล้าไร้สนิมอย่างชัดเจน และ (ข) เมื่อเพิ่มเวลาเป็น 350 วินาทีพบว่า พีล์มที่ทำการเคลือบเริ่มมีผิวที่สม่ำเสมอขึ้น ซึ่งผลสอดคล้องกับการทดสอบการกัดกร่อนว่ามีการป้องกันการกัดกร่อนดีที่สุด (ค) ที่เวลาการสังเคราะห์ 1400 วินาที พบว่าการก่อตัวของอนุภาคพอกิพิร์โอลเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน และ (ง) ที่เวลาการสังเคราะห์ 1800 วินาทีพบว่าผิวของพอลิพิร์โอลที่ทำการสังเคราะห์ได้มีความขุ่นระออย่างชัดเจน อีกทั้งยังพบรอยแตกเกิดขึ้นบริเวณผิวพีล์ม



ภาพที่ 4.17 ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นกระเสกากรักษาไว้และประสิทธิภาพป้องกันการกัดกร่อน โดยทำการสังเคราะห์พอลิพิร์โอลด้วยวิธีให้ค่าศักย์ไฟฟ้าคงที่ ในช่วงเวลาการสังเคราะห์ 300 ถึง 1800 วินาที ที่ค่าศักย์ไฟฟ้า 0.60 โวลต์เทียบกับ SCE



ภาพที่ 4.18 ค่าความต้านทานเชิงสัมผัสและค่าความหนาของชิ้นงานที่ทำการสั้งเคราะห์ด้วยวิธีให้ค่าศักย์ไฟฟ้าคงที่ ในช่วงเวลาการสั้งเคราะห์ 300 ถึง 1800 วินาที ที่ค่าศักย์ไฟฟ้า 0.60 โวลต์เทียบกับ SCE



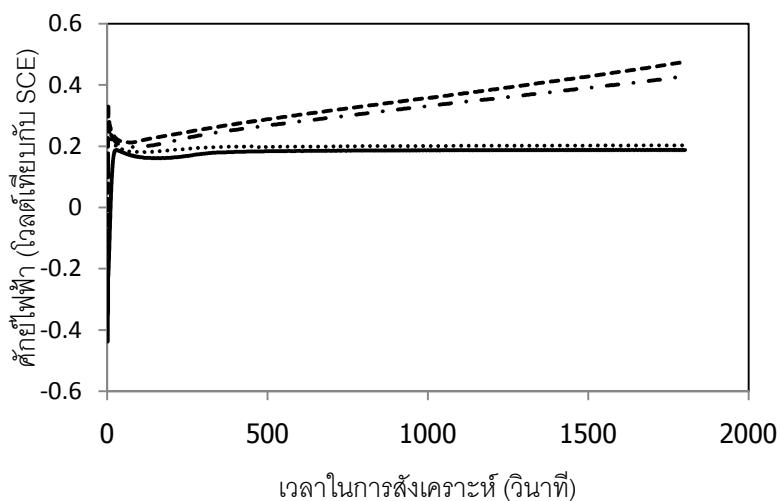
ภาพที่ 4.19 โครงสร้างทางสัณฐานวิทยาของพีล์มโพลิพิริโอลโดยสั้งเคราะห์ด้วยวิธีให้ค่าศักย์ไฟฟ้าคงที่ ที่ช่วงเวลาการสั้งเคราะห์ (ก) 300 วินาที (ข) 350 วินาที (ค) 1400 วินาที และ (ง) 1800 วินาที ที่ค่าศักย์ไฟฟ้าในการสั้งเคราะห์ 0.6 โวลต์เทียบกับ SCE

4.4 ศึกษาช่วงค่ากระแทกไฟฟ้าของการเกิดปฏิกิริยาอิเล็กโทรโพลิเมอร์ไฮเซชันและภาวะที่เหมาะสมในการสังเคราะห์พอลิพิร์โรลแบบชั้นเดียวบนเหล็กกล้าไวร์สนิมในสารสนับสนุนอิเล็กโทรไอล์ต์กรดออกชาลิกความเข้มข้น 0.5 มอลต่อลิตร โดยเทคนิคให้ค่ากระแทกไฟฟ้าคงที่

การทดลองในส่วนนี้ได้ทำการปรับเปลี่ยนวิธีในการสังเคราะห์พอลิพิร์โรลบนเหล็กกล้าไวร์สนิมด้วยวิธีเคมีไฟฟ้า โดยวิธีให้ค่ากระแทกไฟฟ้าที่ทำการป้อนให้กับระบบมีค่าคงที่ ศึกษาถึงผลของค่ากระแทกไฟฟ้าในช่วงการเกิดปฏิกิริยาออกชาลิกเดชันและศึกษาถึงผลของเวลาในการสังเคราะห์ที่มีต่อสมบัติฟิล์มพอลิพิร์โรลที่ทำการสังเคราะห์ได้ โดยทำการสังเคราะห์พอลิพิร์โรลในสารละลายของพิร์โรลอมอนโนเมอร์ความเข้มข้น 0.1 มอลต่อลิตร และสารละลายสนับสนุนกรดออกชาลิกความเข้มข้น 0.5 มอลต่อลิตร เนื่องจากเป็นภาวะที่เหมาะสมที่สุดจากหัวข้อที่ 4.3

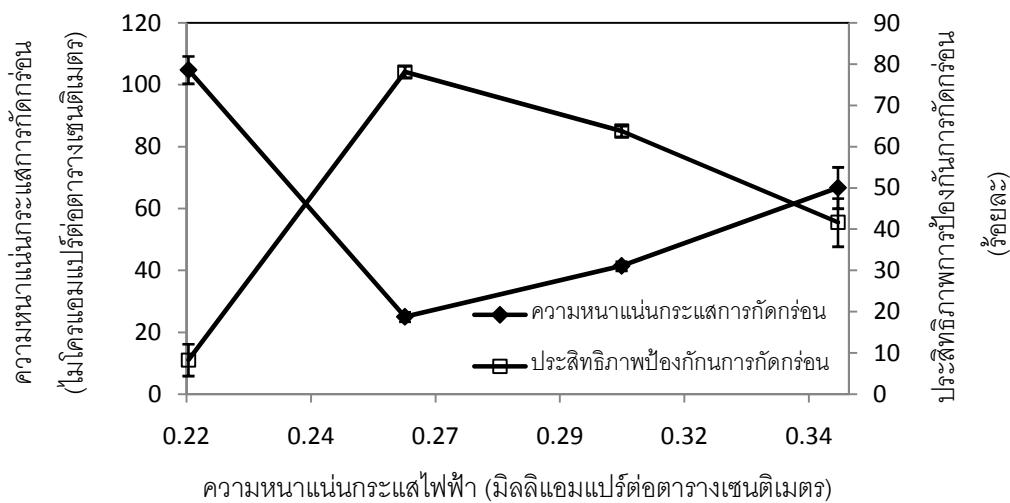
4.4.1 ผลของค่ากระแทกไฟฟ้าที่ใช้ในการสังเคราะห์

จากการศึกษาช่วงกระแทกไฟฟ้าของการเกิดปฏิกิริยาอิเล็กโทรโพลิเมอร์ไฮเซชันของพอลิพิร์โรลในสารละลายกรดออกชาลิกของการสังเคราะห์ในตอนที่ 4.3 ที่ค่าศักยไฟฟ้า 0.6 โวลต์เทียบกับ SCE ที่เวลา 1800 วินาที ดังภาพที่ 4.13 พบร่วงค่ากระแทกที่เกิดปฏิกิริยาออกชาลิกเดชันอยู่ที่ประมาณ 0.5 ถึง 0.8 มิลลิแอมเปอร์ การทดลองในส่วนนี้จึงได้ทำการปรับเปลี่ยนค่ากระแทกไฟฟ้าที่ป้อนให้กับระบบในช่วงค่ากระแทกไฟฟ้าดังกล่าว โดยกำหนดเวลาในการสังเคราะห์เท่ากับ 1800 วินาทีเท่ากัน ดังแสดงในภาพที่ 4.20

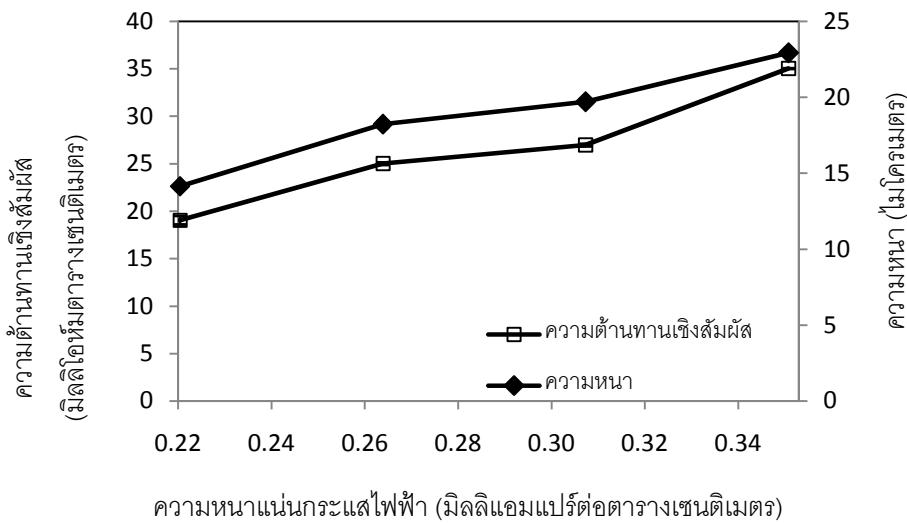


ภาพที่ 4.20 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าศักย์ไฟฟ้ากับเวลาในการสังเคราะห์พอลิพิริโอลในสารละลายอิเล็กโทรไลต์ของพิริโอลมอนอเมอร์เข้มข้น 0.1 มิลลิโอลิติตร และกรดออกซาลิกเข้มข้น 0.5 มิลลิโอลิติตร ที่ค่ากราฟแสงไฟฟ้าศักย์ไฟฟ้า (— —) 0.5 มิลลิแอมเปอร์ (---) 0.6 มิลลิแอมเปอร์ (.....) 0.7 มิลลิแอมเปอร์ (—) 0.8 มิลลิแอมเปอร์ ในเวลาการสังเคราะห์ 1800 วินาที

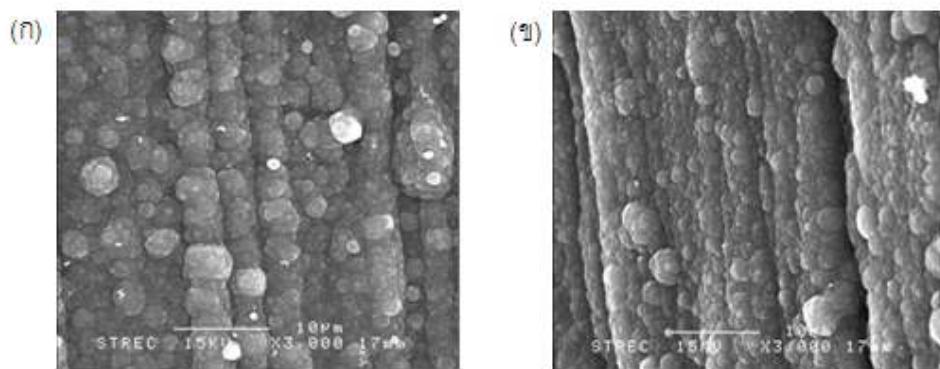
เมื่อนำชิ้นงานที่ทำการสังเคราะห์ได้มาทดสอบความสามารถในการป้องกันการกัดกร่อนพบว่าที่ค่าความหนาแน่นกราฟแสงไฟฟ้าของการสังเคราะห์ 0.22 มิลลิแอมเปอร์ต่อตารางเซนติเมตรเวลาในการสังเคราะห์ 1800 วินาที ประสิทธิภาพในการป้องกันการกัดกร่อนมีค่าที่ต่ำมากเนื่องจากที่ค่ากราฟแสงนี้อยู่ในช่วงน้อยเกินไป สำหรับการเกิดปฏิกิริยาอิเล็กโทรโพลิเมอร์ไวเซ็น ทำให้ฟิล์มที่ทำการเคลือบได้มีสมบัติไม่ดี และเมื่อเพิ่มค่าความหนาแน่นกราฟไฟฟ้าเป็น 0.26 มิลลิแอมเปอร์ต่อตารางเซนติเมตร พบว่าให้ค่ากราฟแสงและการกัดกร่อนอยู่ในระดับที่สุด หรือให้ประสิทธิภาพในการป้องกันการกัดกร่อนร้อยละ 78.13 ดังแสดงในภาพที่ 4.21 และเมื่อนำไปวัดความต้านทานเชิงสัมผัสของชิ้นงานพบว่า เมื่อเพิ่มค่ากราฟแสงในการสังเคราะห์จะส่งผลให้เกิดอัตราการเกิดปฏิกิริยาอิเล็กโทรโพลิเมอร์ไวเซ็นมากขึ้น ทำให้ค่าความต้านทานเชิงสัมผัสของชิ้นงานเพิ่มสูงขึ้นตามลำดับ ดังแสดงในภาพที่ 4.22 ซึ่งเมื่อทำการพิจารณาจากลักษณะโครงสร้างทางสัณฐานวิทยาของชิ้นงานด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด จากภาพที่ 4.23 ก - ช แสดงลักษณะพื้นผิวของฟิล์มพอลิพิริโอลที่สังเคราะห์ได้ที่ค่าความหนาแน่นกราฟไฟฟ้า 0.26 และ 0.35 มิลลิแอมเปอร์ต่อตารางเซนติเมตร ตามลำดับ พบว่าเมื่อเพิ่มค่ากราฟไฟฟ้า อัตราการพอกพูนของอนุภาคพอลิเมอร์จะเพิ่มมากขึ้น โดยที่ค่าความหนาแน่นกราฟไฟฟ้า 0.35 มิลลิแอมเปอร์ต่อตารางเซนติเมตร จะทำให้ฟิล์มที่ทำการสังเคราะห์ได้เกิดรอยแตกบริเวณผิว เนื่องจากค่ากราฟไฟฟ้าที่ป้องเข้าไปอาจมากเกินไป จึงเป็นเหตุผลให้ค่าการป้องกันการกัดกร่อนอยู่ในระดับต่ำ



ภาพที่ 4.21 ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นกรอบเส้นทางกัดกร่อนและประสิทธิภาพป้องกันการกัดกร่อน โดยทำการสังเคราะห์พอลิพิโตรลิดด้วยวิธีให้ค่ากรอบเส้นทางกัดกร่อนที่ ในช่วงค่าความหนาแน่นกรอบเส้นทางกัดกร่อน 0.22 ถึง 0.35 มิลลิเมตรแปร์ต่อตารางเซนติเมตร เวลาในการสังเคราะห์ 1800 วินาที



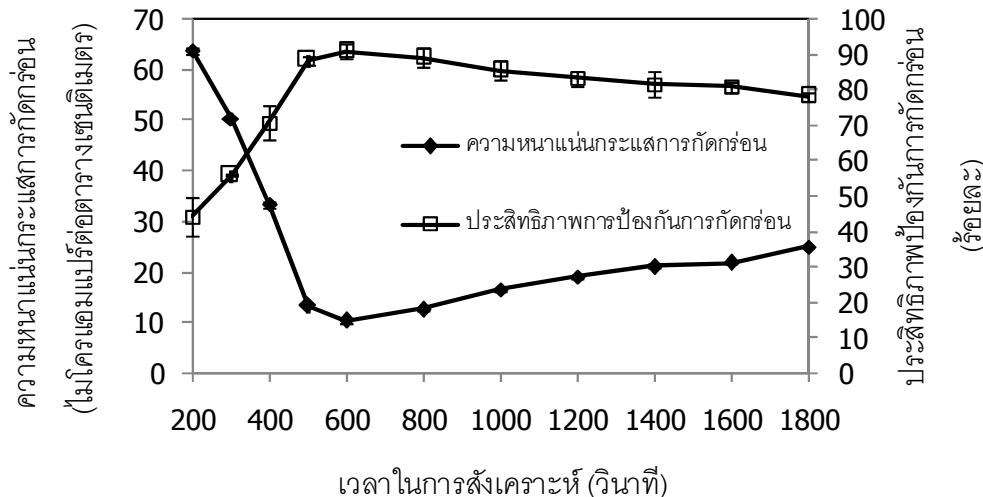
ภาพที่ 4.22 ค่าความต้านทานเชิงสัมผัสและค่าความหนาของชิ้นงานที่ทำการสังเคราะห์ด้วยวิธีให้ค่ากรอบเส้นทางกัดกร่อนที่ ในช่วงความหนาแน่นกรอบเส้นทางกัดกร่อน 0.22 ถึง 0.35 มิลลิเมตรแปร์ต่อตารางเซนติเมตร เวลาในการสังเคราะห์ 1800 วินาที



ภาพที่ 4.23 โครงสร้างทางสัณฐานวิทยาของฟิล์มพอลิพิร์โลลโดยสังเคราะห์ด้วยวิธีให้ค่ากระแทกไฟฟ้าคงที่ ที่ค่าความหนาแน่นกระแทกไฟฟ้าคงที่ (ก) 0.26 มิลลิเอมเปอร์ต่อตารางเซนติเมตร และ (ข) 0.35 มิลลิเอมเปอร์ต่อตารางเซนติเมตร ที่เวลาในการสังเคราะห์ 1800 วินาที

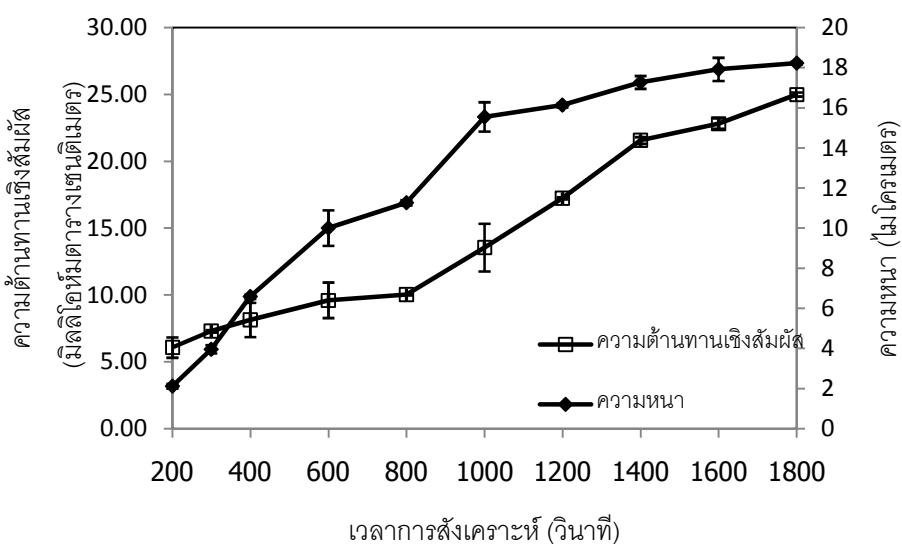
4.4.2 ผลของเวลาที่ใช้ในการสังเคราะห์

การทดลองในส่วนนี้ทำการศึกษาผลของการเปลี่ยนเวลาในการสังเคราะห์ โดยกำหนดค่าความหนาแน่นกระแทกไฟฟ้าที่ป้อนเท่ากับ 0.26 มิลลิเอมเปอร์ต่อตารางเซนติเมตร เนื่องจากเป็นภาวะที่ดีที่สุดจากการสังเคราะห์ในตอนที่ 4.4.1 และทำการปรับเปลี่ยนเวลาในการสังเคราะห์ตั้งแต่ 200 วินาที ถึง 1800 วินาที เพื่อหาภาวะที่ดีที่สุดต่อไป เมื่อนำชิ้นงานไปทดสอบการป้องกันการกัดกร่อน ดังแสดงในภาพที่ 4.24 พบร่วมกับเพิ่มเวลาในการสังเคราะห์ตั้งแต่ 200 ถึง 600 วินาที ผลการทดลองพบว่าประสิทธิภาพการป้องกันการกัดกร่อนจะมีค่าเพิ่มมากขึ้นถึงร้อยละ 91.06 แต่เมื่อเพิ่มเวลาในการสังเคราะห์ตั้งแต่ 800 ถึง 1800 วินาทีพบว่าประสิทธิภาพการป้องกันการกัดกร่อนค่อยๆลดลง เนื่องจากความหนาที่เพิ่มมากขึ้นทำให้การยึดเกาะของพอลิพิร์โลลฟิล์มกับเหล็กกล้าไร้สนิมไม่ดี ดังแสดงในภาพที่ 4.25

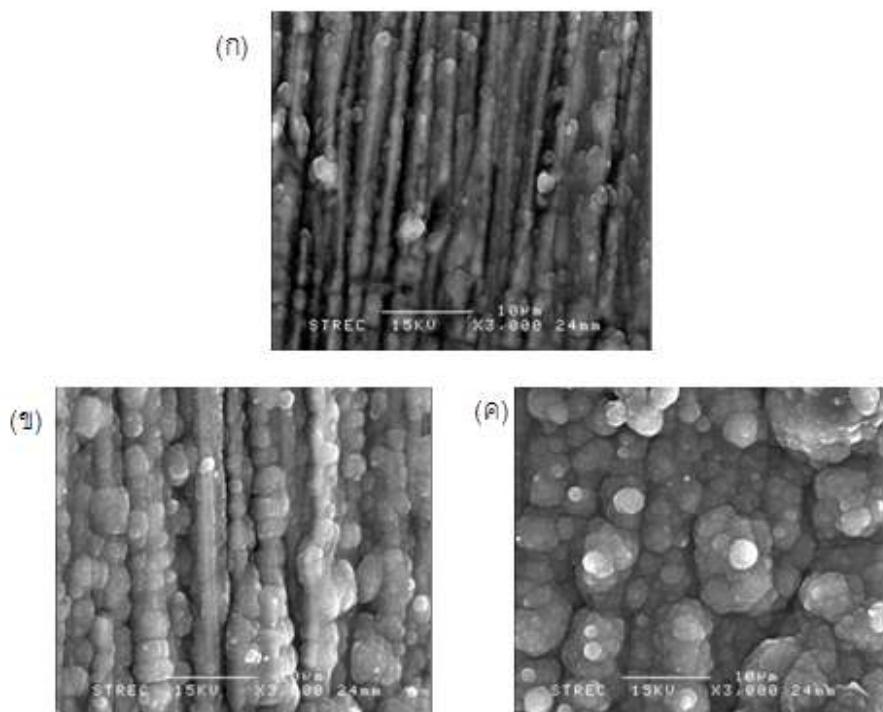


ภาพที่ 4.24 ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นกระแทกทางชั้นเดียวและประสิทธิภาพป้องกันการกัดกร่อน โดยทำการสังเคราะห์โดยอุปกรณ์ที่ต้องการตัวอย่างเช่นน้ำที่ในช่วงเวลาการสังเคราะห์ 200 ถึง 1800 วินาที ที่ค่าความหนาแน่นกระแทกได้เพิ่มขึ้น 0.26 มิลลิเมตรแปรรูปต่อตารางเซนติเมตร

เมื่อนำข้อมูลนี้มาวัดค่าความต้านทานเชิงสัมผัส พบว่าเมื่อเวลาในการสังเคราะห์เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้พอกลิเมอร์ที่ทำการสังเคราะห์ได้มีความหนาเพิ่มมากขึ้น ค่าความต้านทานเชิงสัมผัสจึงสูงขึ้นตามลำดับ แสดงดังภาพที่ 4.25 จากนั้นนำข้อมูลนี้ที่ทำการสังเคราะห์ไปศึกษาลักษณะโครงสร้างทางสัณฐานวิทยาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสอง quadrant พบร่องรอยเพิ่มเวลาในการสังเคราะห์อนุภาคพอกลิเมอร์ที่ทำการสังเคราะห์ได้มีมากขึ้นจริง ดังแสดงในภาพที่ 4.26 ก – ค และพบว่าที่ 1800 วินาที ไม่พบรอยแตกของผิวพอกลิพิริโอล จึงทำให้ค่าการกัดกร่อนของชิ้นงานที่ทำการสังเคราะห์ได้ มีการประสีทิภิภาพการป้องกันการกัดกร่อนที่ดีกว่าวิธีคงค่าศักย์ไฟฟ้าเมื่อเทียบกับเวลาการสังเคราะห์เดียวกัน



ภาพที่ 4.25 ค่าความต้านทานเชิงสัมผัสและค่าความหนาของชิ้นงานที่ทำการสั้งเคราะห์ด้วยวิธีให้ค่ากราฟไไฟฟ้าคงที่ ในช่วงเวลาการสั้งเคราะห์ 200 ถึง 1800 วินาที ที่ค่าความหนาแน่นกราฟไไฟฟ้า 0.26 มิลลิแอมเปอร์ต่อตารางเซนติเมตร



ภาพที่ 4.26 โครงสร้างทางสารเคมีวิทยาของพีล์มโพลิพีโอลโดยสั้งเคราะห์ด้วยวิธีให้ค่ากราฟไไฟฟ้าคงที่ ที่เวลาการสั้งเคราะห์ (ก) 300 วินาที (ข) 600 วินาที และ(ค) 1800 วินาที ที่ค่าความหนาแน่นกราฟไไฟฟ้า 0.26 มิลลิแอมเปอร์ต่อตารางเซนติเมตร

จากการสังเคราะห์ด้วยพอลิพิร์โรลูบเนล็กกล้าไร์สนิมโดยการสังเคราะห์ด้วยวิธีทางเคมีไฟฟ้า ได้แก่ วิธีให้ค่าศักย์ไฟฟ้าคงที่และวิธีให้ค่ากราฟไฟฟ้าคงที่ พ布ว่าภาวะที่ดีที่สุดในการป้องกันการกัดกร่อน คือการสังเคราะห์พอลิพิร์โรลด้วยวิธีคงค่าศักย์ไฟฟ้า ที่ 0.6 โวลต์ เกลาในการสังเคราะห์ 350 วินาที โดยมีประสิทธิภาพการป้องกันการกัดกร่อนร้อยละ 94.41 และค่าความต้านทานเชิงสัมผัสเท่ากับ 2.62 มิลลิโอมตาร่างเซนติเมตร ดังแสดงในตารางที่ 4.3

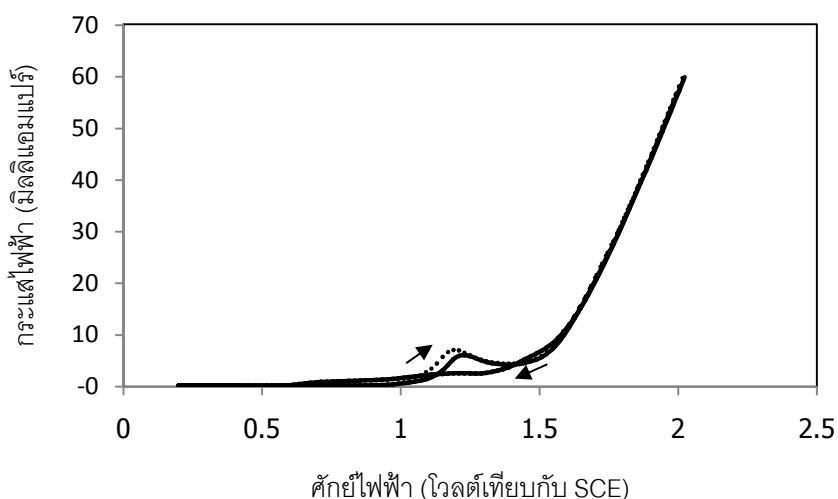
ตารางที่ 4.3 การเปรียบเทียบการสังเคราะห์พอลิพิร์โรลูบเนล็กกล้าไร์สนิมด้วยวิธีทางเคมีไฟฟ้า

วิธีการสังเคราะห์	ภาวะ	ประสิทธิภาพ ป้องกันการกัด กร่อน (ร้อยละ)	ความต้านทานเชิงสัมผัส (มิลลิโอมตาร่าง เซนติเมตร)
ค่ามาตรฐาน [25]		> 86	< 20
เนล็กกล้าไร์สนิม		82	25
ค่าศักย์ไฟฟ้าคงที่	0.6 โวลต์ 350 วินาที	94.41±0.67	2.62±0.11
ค่ากราฟไฟฟ้าคงที่	0.6 มิลลิแอมป์ 600 วินาที	91.06±2.18	9.62±1.33

4.5 ศึกษาช่วงค่าศักย์ไฟฟ้าของการเกิดปฏิกิริยาอิเล็กโทรโพลิเมอร์เรซินและภาวะที่เหมาะสมในการสังเคราะห์พอลิแอนิลีนบนชั้นของพอลิพิร์โรลูบเนล็กกล้าไร์สนิม ในสารละลายกรดออกซิลิก โดยเทคนิคไซคลิกโวลแกรมเมทรี

การทดลองทำการศึกษาหาช่วงค่าศักย์ไฟฟ้าที่มอนомнอร์เอนิลีนเกิดปฏิกิริยาอิเล็กโทรโพลิเมอร์เรซินบนเนล็กกล้าไร์สนิมโดยใช้วิธีไซคลิกโวลแกรมเมทรี ทำการสังเคราะห์ในสารละลาย แอนิลีนมอนомнอร์เข้มข้น 0.1 มิลลิโอลิตรา และสารละลายกรดออกซิลิกความเข้มข้น 0.5 มิลลิโอลิตรา [48] ค่าความเป็นกรด-เบสเท่ากับ 1.3 และค่าการนำไฟฟ้าของสารละลายอิเล็กโทรไดต์เท่ากับ 31.2 มิลลิซีเมนต์ต่อเซนติเมตร โดยทำการตรวจตราด้วยวิธีที่ระบุไว้ในตารางที่ 4.27 ด้วยอัตราการตรวจตราต่อวินาที 20 มิลลิโวลต์ต่อวินาที พ布ว่าปฏิกิริยาออกซิเดชันของแอนิลีนมอนомнอร์จะเริ่มเกิดที่ประมาณ 1.1 ถึง 1.5 โวลต์เทียบกับ SCE ดังแสดงในภาพที่ 4.27

เมื่อทราบช่วงค่าศักย์ไฟฟ้าในการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของพอลิแอนิลีนว่าอยู่ที่ประมาณ 0.9 ถึง 1.1 โวลต์เทียบกับ SCE จึงได้ใช้ช่วงการตรวจจราดค่าศักย์ไฟฟ้าดังที่ได้กล่าวมา มาทำการศึกษาหาช่วงค่าศักย์ไฟฟ้าที่มอนอเมอร์แอนิลีนเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันบนชั้นผิวของ พอลิพิร์โรลที่ทำการสังเคราะห์ไว้ จากภาพที่ 4.27 พบว่าช่วงการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของพอลิ แอนิลีนบนพอลิพิร์โรลอยู่ที่ประมาณ 1.0 ถึง 1.5 โวลต์เทียบกับ SCE ดังนั้นในการทดลองต่อไปจะ นำค่าศักย์ไฟฟ้าในช่วงที่เกิดปฏิกิริยาที่ได้ในช่วงนี้มาทำการสังเคราะห์พอลิแอนิลีนบนชั้นของพอ ลิพิร์โรลโดยเทคนิคให้ค่าศักย์ไฟฟ้าคงที่



ภาพที่ 4.27 ไซคลิกโอลแทนไม่แกรมการเกิดปฏิกิริยาอิเล็กโทรโพลิเมอร์ไเรเซชันของพอลิแอนิลีนบน เหล็กกล้าไร้สนิม (—) และพอลิแอนิลีนบนชั้นพอลิพิร์โรล (.....) ในสารละลายอิ เล็กโทรไลต์แอนิลีนมอนอเมอร์เข้มข้น 0.1 มอลต่อลิตร และสารละลายกรดออก ชาลิกเข้มข้น 0.15 มอลต่อลิตร

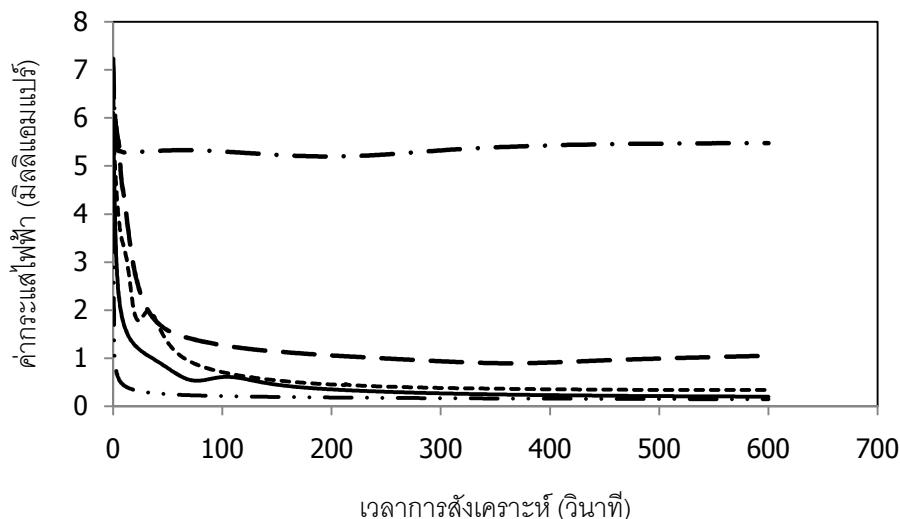
4.6 ศึกษาช่วงค่าศักย์ไฟฟ้าของการเกิดปฏิกิริยาอิเล็กโทรโพลิเมอร์ไเรเซชันและภาวะที่ เหมาะสมในการสังเคราะห์พอลิแอนิลีนบนชั้นพอลิพิร์โรลบนเหล็กกล้าไร้สนิมในสาร สนับสนุนอิเล็กโทรไลต์กรดออกชาลิกความเข้มข้น 0.5 มอลต่อลิตร โดยเทคนิคให้ค่า ศักย์ไฟฟ้าคงที่

การทดลองในส่วนนี้ได้ทำการสังเคราะห์พอลิแอนิลีนบนชั้นของพอลิพิร์โรลด้วยวิธีให้ค่า ศักย์ไฟฟ้าคงที่ โดยจะศึกษาถึงผลของค่าศักย์ไฟฟ้าในช่วงการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันและศึกษาถึง ผลของเวลาในการสังเคราะห์ที่มีต่อสมบัติพิลิมพอลิแอนิลีนที่ทำการสังเคราะห์ได้ โดยทำการ

สังเคราะห์ในสารละลายนอนลีนมอนомерความเข้มข้น 0.1 มอลต่อลิตร และสารสนับสนุนอิเล็กโทรไอล์ต์กรดออกซิลิกความเข้มข้น 0.5 มอลต่อลิตร [20]

4.6.1 ผลของค่าศักย์ไฟฟ้าที่ใช้ในการสังเคราะห์

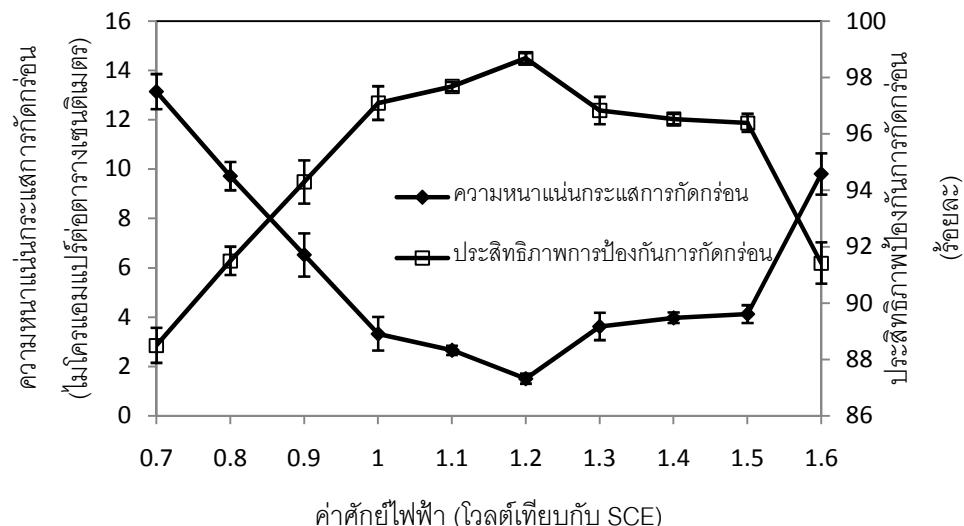
จากการศึกษาช่วงศักย์ไฟฟ้าของการเกิดปฏิกิริยาอิเล็กโทรโพลิเมอร์ไวเซ็นของพอกอนลีนในสารละลายนอนลีนมอนомерที่ 4.27 พบร่วมกับการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันอยู่ที่ประมาณ 1 ถึง 1.5 โวลต์เทียบกับ SCE การทดลองในส่วนนี้จึงได้ทำการปรับเปลี่ยนค่าศักย์ไฟฟ้าที่ป้อนให้กับระบบในช่วงศักย์ไฟฟ้า 0.7 ถึง 1.6 โวลต์เทียบกับ SCE โดยกำหนดเวลาในการสังเคราะห์เท่ากับ 600 วินาทีเท่ากัน พบร่วมกับเพิ่มค่าศักย์ไฟฟ้าทำให้ค่ากระแสหรืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเพิ่มขึ้นนั่นเอง ดังแสดงในภาพที่ 4.28



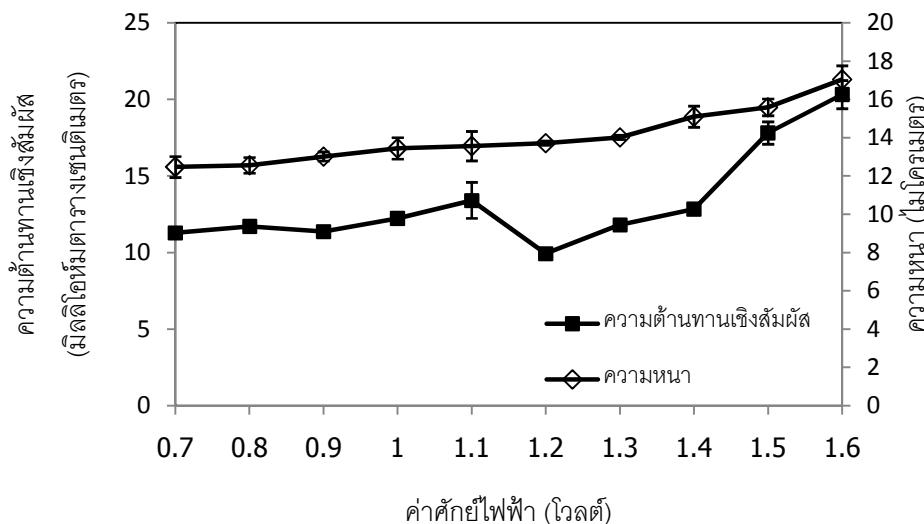
ภาพที่ 4.28 ความสัมพันธ์ระหว่างค่ากระแสไฟฟ้ากับเวลาในการสังเคราะห์พอกอนลีนบนชั้นพอกลิฟิโรล ในสารละลายนอนลีนมอนомерความเข้มข้น 0.1 มอลต่อลิตร และกรดออกซิลิกความเข้มข้น 0.5 มอลต่อลิตร ที่ค่าศักย์ไฟฟ้า (— · ·) 0.7 โวลต์ (—) 1.0 โวลต์ (— - -) 1.2 โวลต์ (— -) 1.4 โวลต์ และ (— ·) 1.6 โวลต์ เวลาการสังเคราะห์ 600 วินาที

จากภาพที่ 4.29 เมื่อนำไปทดสอบการป้องกันการกัดกร่อนพบว่าเมื่อเพิ่มศักย์ไฟฟ้าในการสังเคราะห์ตั้งแต่ 0.7 โวลต์ ประสิทธิภาพการป้องกันการกัดกร่อนจะเพิ่มขึ้นจนถึงค่าศักย์ไฟฟ้า 1.2 โวลต์เทียบกับ SCE ซึ่งมีประสิทธิภาพการป้องกันการกัดกร่อนร้อยละ 98.69 อาจเนื่องมาจากการที่ค่าศักย์ไฟฟ้านี้ทำให้พอกลิฟิโรลได้ [51] แต่เมื่อทำการเพิ่มค่าศักย์ไฟฟ้าตั้งแต่ 1.3 ถึง 1.6 โวลต์ ค่าประสิทธิภาพการป้องกันการกัดกร่อนจะลดลง เนื่องจากผลของการหนาของชั้นพอกลิฟิโรลที่

ทำการสังเคราะห์ได้บนชั้นพอลิพิร์โอล และที่ค่าศักย์ไฟฟ้าสูงๆ อาจทำให้พอลิเอนอลีนเปลี่ยนโครงสร้างเป็นรูปแบบอื่นที่ทำให้สร้างพันธะยึดติดกับชั้นของพอลิพิร์โอลไม่ดี [52] จากนั้นได้นำชิ้นงานที่ทำการสังเคราะห์ได้ไปวัดค่าความต้านทานเชิงสัมผัส พบว่าเมื่อเพิ่มค่าศักย์ไฟฟ้าที่ป้อนเข้าไป ทำให้ค่าความต้านทานเชิงสัมผัสมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากผลของความหนา แต่ที่ค่าศักย์ไฟฟ้า 1.2 ถึง 1.4 โวลต์เทียบกับ SCE จะพบว่าค่าความต้านทานเชิงสัมผัสมีค่าลดลงไม่เป็นไปตามแนวโน้ม ดังแสดงในภาพที่ 4.30 อาจเนื่องจากว่า ที่ค่าศักย์ไฟฟ้าในช่วงนี้ทำให้โครงสร้างของพอลิ เอนอลีนมีความสามารถในการนำไฟฟ้าได้ดี และสามารถนึกตัวแน่นกับชั้นของพอลิพิร์โอลที่ทำการสังเคราะห์ได้เป็นชั้นแรก

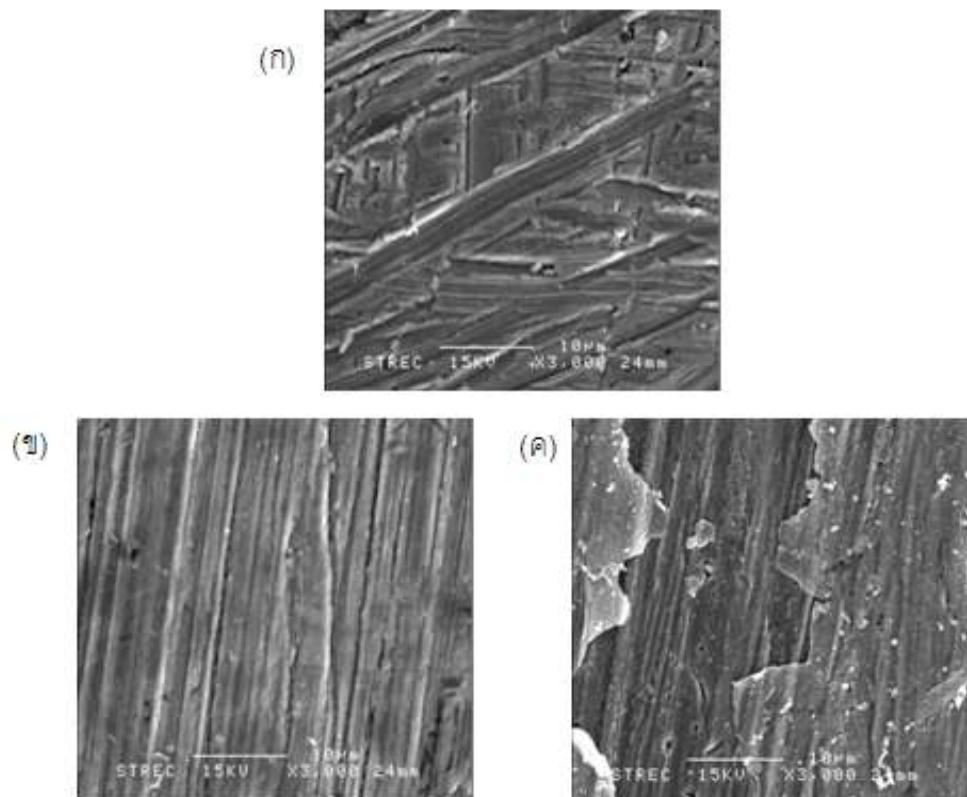


ภาพที่ 4.29 ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นกระแสการกัดกร่อนและประสิทธิภาพป้องกันการกัดกร่อน โดยทำการสังเคราะห์พอลิเอนอลีนบนชั้นพอลิพิร์โอลด้วยวิธีให้ค่าศักย์ไฟฟ้าคงที่ ในช่วงค่าศักย์ไฟฟ้า 0.7 ถึง 1.6 โวลต์เทียบกับ SCE เวลาในการสังเคราะห์ 600 วินาที



ภาพที่ 4.30 ค่าความต้านทานเชิงสัมผัสและค่าความหนาของชั้นงานที่ทำการสังเคราะห์ด้วยวิธีให้ค่าศักย์ไฟฟ้าคงที่ ในช่วงค่าศักย์ไฟฟ้า 0.7 ถึง 1.6 โวลต์เทียบกับ SCE เวลาในการสังเคราะห์ 600 วินาที

เมื่อนำชั้นงานที่ทำการสังเคราะห์ได้เป็นลักษณะพื้นผิวที่เกิดขึ้นพบว่า เมื่อเพิ่มค่าศักย์ไฟฟ้าที่ทำการสังเคราะห์ ส่งผลให้เกิดพอลิเอนิลีนบนชั้นของพอลิพิวโรลเพิ่มมากขึ้น และที่ค่าศักย์ไฟฟ้า 1.6 โวลต์เทียบกับ SCE เกิดรอบแตกขึ้นที่ผิวพอลิเอนิลีนที่สังเคราะห์ได้ ดังแสดงในภาพที่ 4.31 จึงเป็นสาเหตุให้ความสามารถป้องกันการกัดกร่อนไม่ดี

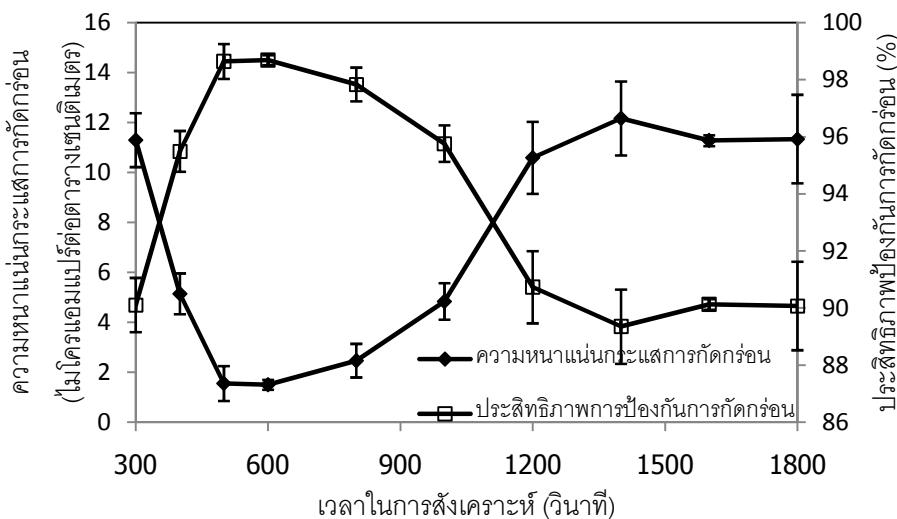


ภาพที่ 4.31 โครงสร้างทางสัณฐานวิทยาของฟิล์มพอลิแอนิลีนบนพอลิพิร์โอล โดยสังเคราะห์ด้วยวิธีให้ค่าศักย์ไฟฟ้าคงที่ ที่ค่าศักย์ไฟฟ้า (ก) 0.7 โวลต์ (ข) 1.2 โวลต์ และ (ค) 1.6 โวลต์เทียบกับ SCE เวลาในการสังเคราะห์ 600 วินาที

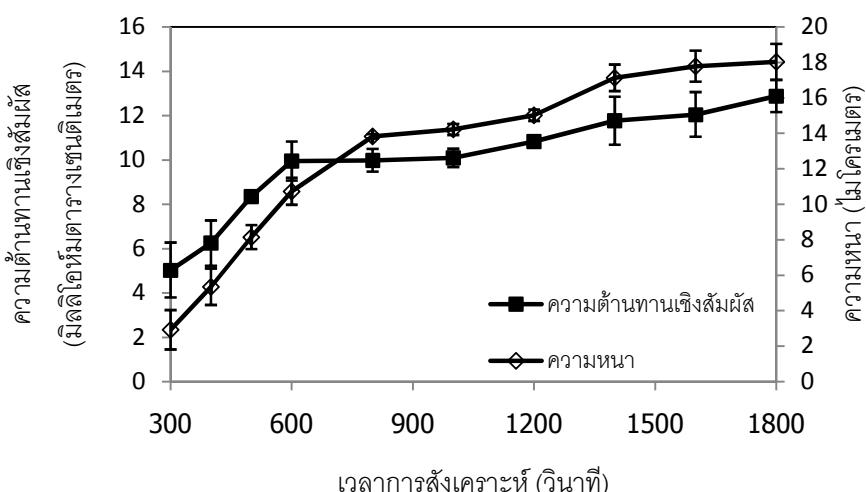
4.6.2 ผลของเวลาที่ใช้ในการสังเคราะห์

การทดลองในส่วนนี้ทำการศึกษาผลของการเปลี่ยนเวลาในการสังเคราะห์พอลิแอนิลีน โดยทำการกำหนดค่าศักย์ไฟฟ้าที่ป้อนเท่ากับ 1.2 โวลต์เทียบกับ SCE เนื่องจากเป็นภาวะที่ดีที่สุดจากการสังเคราะห์ในตอนที่ 4.6.1 และทำการปรับเปลี่ยนเวลาในการสังเคราะห์ตั้งแต่ 300 วินาที ถึง 1800 วินาที เพื่อหาภาวะที่ดีที่สุดต่อไป จากการนำไปทดสอบการป้องกันการกัดกร่อนพบว่าที่เวลาในการสังเคราะห์ 600 วินาทีจะให้ประสิทธิภาพการป้องกันการกัดกร่อนมากที่สุดถึงร้อยละ 98.69 และเมื่อเพิ่มเวลาในการสังเคราะห์ ประสิทธิภาพในการป้องกันการกัดกร่อนจะเริ่มลดลงดังแสดงในภาพที่ 4.32 จากนั้นได้นำขึ้นงานที่ทำการสังเคราะห์ได้เปรียบค่าความต้านทานเชิงสัมผัส พบว่า เมื่อเพิ่มเวลาในการสังเคราะห์ ค่าความต้านทานเชิงสัมผัสมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากผลของการหนาดังภาพที่ 4.33 โดยที่เวลาในการสังเคราะห์ 300 วินาทีให้ค่าความต้านทานเชิงสัมผัสถูกต่ำที่สุดเท่ากับ 5.03 มิลลิโอมต่างเซนติเมตร และที่เวลาการสังเคราะห์ 1800 วินาทีให้ค่าความ

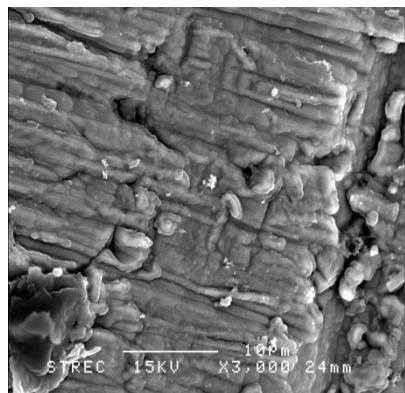
ต้านทานเชิงสัมผัสสูงที่สุดที่ 12.88 มิลลิโอมตารางเซนติเมตร ซึ่งสามารถยืนยันได้จากภาพถ่ายพื้นผิวพอลิแอนิลีนดังภาพที่ 4.33 พบว่าที่เวลาการสังเคราะห์ 1800 วินาที ชั้นของพอลิเมอร์มีความหนาค่อนข้างมาก อีกทั้งยังเกิดรอยแตกบนผิว จึงเป็นผลให้ค่าการป้องกันการกัดกร่อนไม่ดี



ภาพที่ 4.32 ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นกระเส้นการกัดกร่อนและประสิทธิภาพป้องกันการกัดกร่อน โดยทำการสังเคราะห์พอลิแอนิลีนบนชั้นพอลิพิร์โรลด้วยวิธีให้ค่าศักย์ไฟฟ้าคงที่ ในช่วงเวลาการสังเคราะห์ 300 ถึง 1800 วินาที ที่ค่าศักย์ไฟฟ้า 1.2 โวลต์เทียบกับ SCE



ภาพที่ 4.33 ค่าความต้านทานเชิงสัมผัสและค่าความหนาของชั้นงานที่ทำการสังเคราะห์ด้วยวิธีให้ค่าศักย์ไฟฟ้าคงที่ ในช่วงเวลาการสังเคราะห์ 300 ถึง 1800 วินาที ที่ค่าศักย์ไฟฟ้า 1.2 โวลต์เทียบกับ SCE



ภาพที่ 4.34 โครงสร้างทางสัณฐานวิทยาของฟิล์มพอลิแอนิลีนบนพอลิพิริโอล โดยสังเคราะห์ด้วยวิธีให้ค่าศักย์ไฟฟ้าคงที่ ที่เวลาการสังเคราะห์ 1800 วินาที ค่าศักย์ไฟฟ้า 1.2 โวลต์เทียบกับ SCE

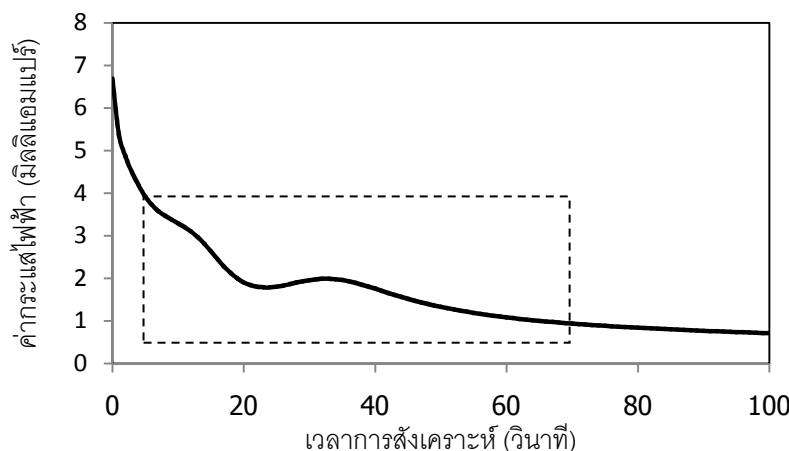
4.7 ศึกษาช่วงค่ากระแสไฟฟ้าของการเกิดปฏิกิริยาอิเล็กโทรโพลิเมอร์ในเชิงและภาวะที่เหมาะสมในการสังเคราะห์พอลิแอนิลีนบนชั้นพอลิพิริโอลบนเหล็กกล้าไว้สนิมในสารสนับสนุนอิเล็กโทรไลต์กรดออกซานิลิกความเข้มข้น 0.5 มอลต่อลิตรโดยเทคนิคให้กระแสไฟฟ้าคงที่

จากการสังเคราะห์พอลิแอนิลีนบนชั้นพอลิพิริโอลในตอนที่ 4.6 ด้วยวิธีให้ค่าศักย์ไฟฟ้าคงที่พบว่าที่ค่าศักย์ไฟฟ้า 1.2 โวลต์เทียบกับ SCE ค่ากระแสที่เกิดปฏิกิริยาอยู่ที่ช่วงประมาณ 0.9 ถึง 4 มิลลิแอมเปอร์ หรือ 0.39 ถึง 1.74 มิลลิแอมเปอร์ต่อตารางเซนติเมตร ดังแสดงในภาพที่ 4.35 ดังนั้นในขั้นตอนการสังเคราะห์พอลิแอนิลีนบนพอลิพิริโอลจึงใช้ค่าความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าในช่วงนี้มาทำการศึกษาต่อไป โดยจะศึกษาถึงผลของค่ากระแสไฟฟ้าที่ป้อนใน การสังเคราะห์และผลของเวลาในการสังเคราะห์

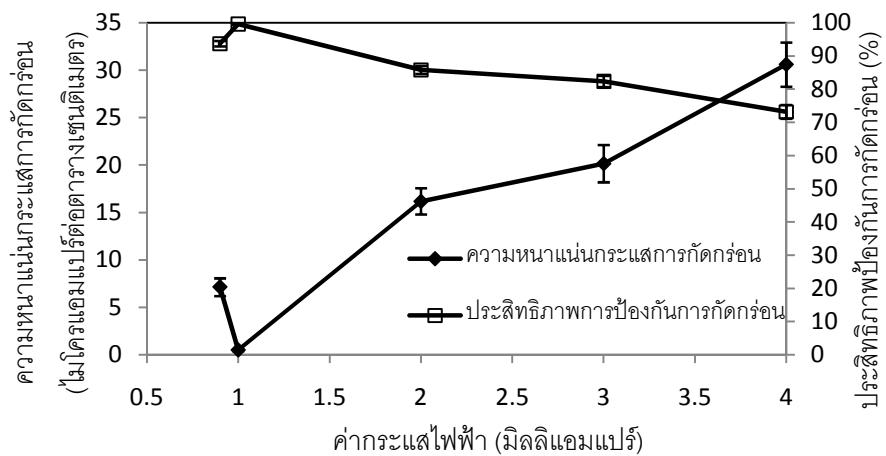
4.7.1 ผลของค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในการสังเคราะห์

การทดลองในส่วนนี้ได้ทำการปรับเปลี่ยนค่ากระแสไฟฟ้าที่ป้อนในการสังเคราะห์พอลิแอนิลีนบนพอลิพิริโอล โดยทำการปรับเปลี่ยนค่ากระแสที่ช่วง 0.9 ถึง 4 มิลลิแอมเปอร์ ที่เวลาในการสังเคราะห์ 600 วินาทีเท่ากัน แล้วนำขึ้นงานที่ทำการสังเคราะห์ให้ในทุกภาวะไปทดสอบความสามารถในการป้องกันการกัดกร่อนและความต้านทานเชิงสัมผัส จากภาพที่ 4.36 พบว่าที่ค่ากระแสไฟฟ้า 1.0 มิลลิแอมเปอร์ จะให้ประสิทธิภาพการป้องกันการกัดกร่อนดีที่สุดถึงร้อยละ 99.57 อาจเนื่องจากว่าการสังเคราะห์ด้วยวิธีกำหนดค่ากระแสไฟฟ้าให้คงที่ที่ 1.0 มิลลิแอมเปอร์นี้ เป็นการ

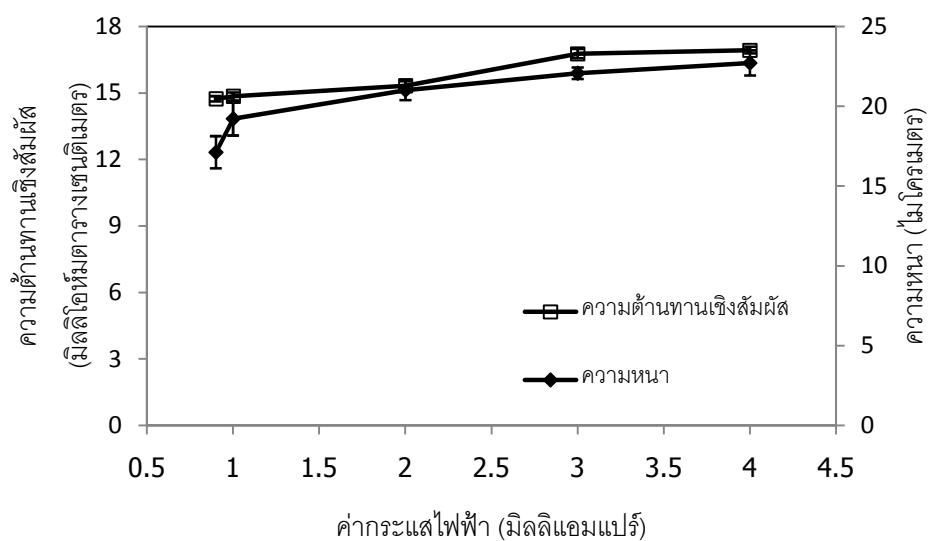
ลดช่วงขอบเขตในการเกิดปฏิกิริยาอิเล็กโทรโอลิเมอร์ไวเรชันของพอลิแอนิลีนจากการสังเคราะห์ด้วยวิธีคงค่าศักย์ไฟฟ้าที่ 1.2 โอลต์ลงไปอีก ค่ากราฟเสน่จึงอาจทำให้พอลิแอนิลีนจัดเรียงตัวกันอย่างเหมาะสมบนชั้นของพอลิพิร์โอล อีกทั้งการสังเคราะห์ด้วยวิธีคงค่ากราฟเสน่ไฟฟ้าจะให้การอัดตัวของระหว่างชั้นพอลิพิร์โอลกับพอลิแอนิลีนแน่น ทำให้ความแข็งตัวของพอลิเมอร์มีค่ามาก จึงสามารถป้องกันไอออนที่จะไปทำลายเนื้อโลหะได้ดี [53] ซึ่งถือว่าเป็นภาวะที่ดีที่สุดสำหรับการป้องกันการกัดกร่อนของชิ้นงานในขอบเขตงานวิจัยชิ้นนี้ ส่วนค่าความต้านเชิงสัมผัสที่ภาวะนี้พบว่ามีค่าเท่ากับ 14.85 มิลลิโอมตาร์ทางเซนติเมตร ดังภาพที่ 4.37 ซึ่งถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการใช้ทำแผ่นนำกราฟเสน่ไฟฟ้าแบบสองชั้น (ควรน้อยกว่า 20 มิลลิโอมตาร์เซนติเมตร [54])



ภาพที่ 4.35 ความสัมพันธ์ระหว่างค่ากราฟเสน่ไฟฟ้ากับเวลาในการสังเคราะห์พอลิแอนิลีนบนชั้นพอลิพิร์โอลในสารละลายอิเล็กโทรไลต์ของแอนิลีนօเมอร์เข้มข้น 0.1 มอลต่อลิตร และกรดออกซาลิกเข้มข้น 0.5 มอลต่อลิตร ที่ค่าศักย์ไฟฟ้า 1.2 โอลต์เทียบกับ SCE



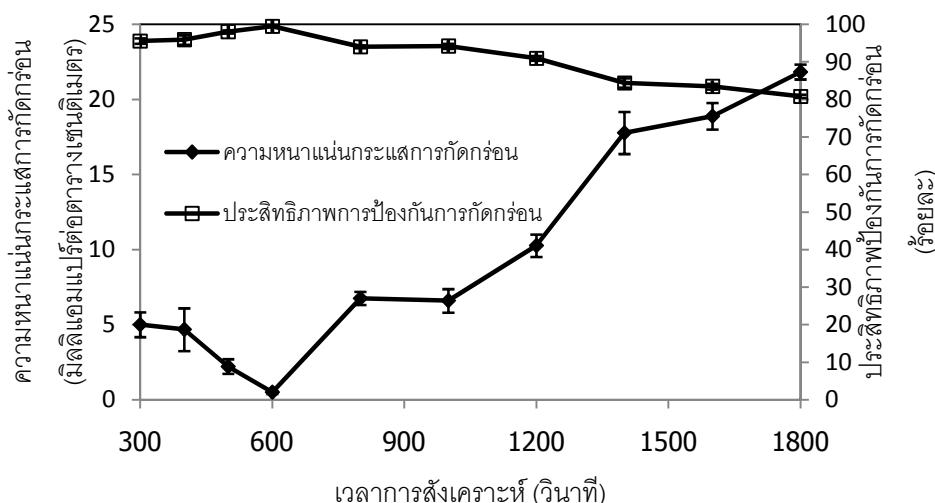
ภาพที่ 4.36 ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นกระเสกากรกัดกร่อนและประสิทธิภาพป้องกันการกัดกร่อน โดยทำการสังเคราะห์พอลิเออนิลินพอลิพิร์โรลด้วยวิธีให้ค่ากระเสไฟฟ้าคงที่ ในช่วงค่ากระเสไฟฟ้า 0.9 ถึง 4 มิลลิแอมเปอร์ ที่เวลาในการสังเคราะห์ 600 วินาที



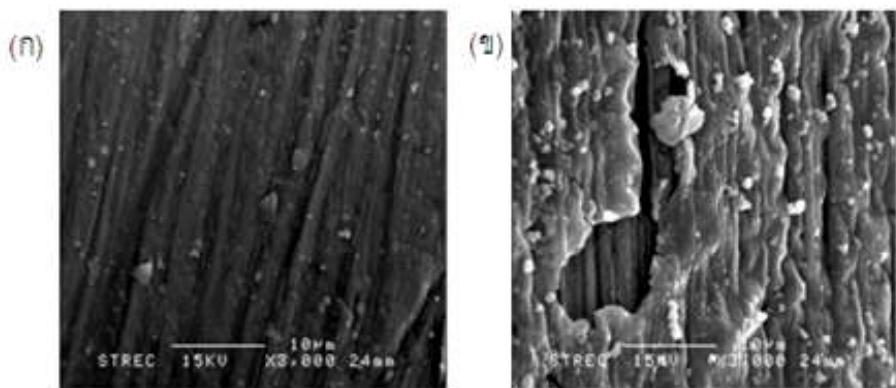
ภาพที่ 4.37 ค่าความต้านทานเชิงสัมผัสและค่าความหนาของชิ้นงานที่ทำการสังเคราะห์ด้วยวิธีให้ค่ากระเสไฟฟ้าคงที่ ในช่วงค่ากระเสไฟฟ้า 0.9 ถึง 4 มิลลิแอมเปอร์ เวลาในการสังเคราะห์ 600 วินาที

4.7.2 ผลของเวลาในการสังเคราะห์

เมื่อได้ภาวะที่ดีที่สุดจากการปรับเปลี่ยนค่ากราฟเสไฟฟ้าที่ใช้ในการสังเคราะห์พอลิเคนิลีนคือ 1.0 มิลลิแอมเปอร์ หรือ 0.43 มิลลิแอมเปอร์ต่อตารางเซนติเมตร จากนั้นนำค่ากราฟเสไฟฟ้าที่ทำการปรับเปลี่ยนเวลาในการสังเคราะห์ตั้งแต่ 300 ถึง 1800 วินาที เพื่อหาภาวะที่เหมาะสมต่อไปโดยเมื่อนำขึ้นมาที่ทำการสังเคราะห์ไปทดสอบความสามารถในการป้องกันการกัดกร่อน พบว่าที่เวลาการสังเคราะห์ 600 นาที ยังคงเป็นภาวะที่เหมาะสมที่สุดในการป้องกันการกัดกร่อน ดังแสดงในภาพที่ 4.37 อาจเนื่องจากความหนาและการจัดเรียงตัวที่เหมาะสมของอนุภาคพอลิเคนิลีนบนชั้นของพอลิพิร์โอล ซึ่งสามารถยืนยันได้จากการถ่ายลักษณะพื้นผิวของพอลิเคนิลีนดังภาพที่ 4.38

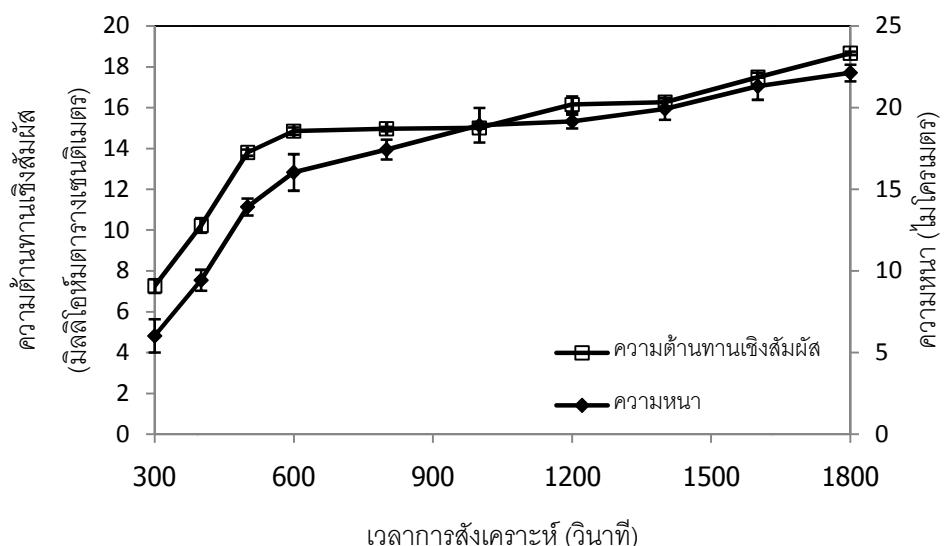


ภาพที่ 4.38 ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นกราฟเสและการกัดกร่อนและประสิทธิภาพป้องกันการกัดกร่อน โดยทำการสังเคราะห์พอลิเคนิลีนบนชั้นพอลิพิร์โอลด้วยวิธีให้ค่ากราฟเสไฟฟ้าคงที่ ในช่วงเวลาการสังเคราะห์ 300 ถึง 1800 วินาที ที่ค่ากราฟเสไฟฟ้า 1.0 มิลลิแอมเปอร์



ภาพที่ 4.39 โครงสร้างทางสัณฐานวิทยาของพิล์มพอลิแอนิลีนบนพอลิพิร์โรล โดยสังเคราะห์ด้วยวิธีให้ค่ากระแทกไฟฟ้าคงที่ ที่เวลาการสังเคราะห์ (ก) 600 วินาที และ (ข) 1800 วินาที ค่ากระแทกไฟฟ้า 1 มิลลิแอมเปอร์

เมื่อนำชิ้นงานจากการสังเคราะห์ที่ภาวะเวลาต่างกันไปทดสอบความต้านทานเชิงสัมผัส พบร่วมค่าความต้านทานเชิงสัมผัสมีแนวโน้มเพิ่มเดียวกับผลที่ผ่านมา ดีอ เมื่อเพิ่มเวลาในการสังเคราะห์ ส่งผลให้เกิดพอลิเมอร์เรซินของพอลิแอนิลีนบนขึ้นไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น ความหนาจึงเพิ่มขึ้นทำให้ค่าความต้านทานเชิงสัมผัสสูงขึ้นตามลำดับ ตั้งแสดงในภาพที่ 4.40



ภาพที่ 4.40 ค่าความต้านทานเชิงสัมผัสและค่าความหนาของชิ้นงานที่ทำการสังเคราะห์ด้วยวิธีให้ค่ากระแทกไฟฟ้าคงที่ ในช่วงเวลาการสังเคราะห์ 300 ถึง 1800 วินาที ที่ค่ากระแทกไฟฟ้า 1.0 มิลลิแอมเปอร์

เมื่อทำการเปรียบเทียบการเคลือบแบบสองชั้นคือ สังเคราะห์พอลิแอนิลีนทับชั้นของพอลิพิร์โอล ผลให้มีประสิทธิภาพการป้องกันการกัดกร่อนสูงกว่าการเคลือบพอลิพิร์โอลชั้นเดียว โดยมีความสามารถในการป้องกันการกัดกร่อนมากกว่าถึง 13 เท่า (เทียบจากค่าความหนาแน่นกระเสาะรักษาระบบเคลือบแบบสองชั้นเดียวและสองชั้น) แต่ผลให้ค่าความต้านทานเชิงสัมผัสเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีความหนาที่มากกว่าการเคลือบแบบชั้นเดียว โดยตารางที่ 4.4 แสดงการเปรียบเทียบค่าความหนาแน่นกระเสาะรักษาระบบเคลือบและค่าความต้านทานเชิงสัมผัสของชิ้นงานในภาระการเคลือบแบบชั้นเดียว สองชั้น และค่ามาตรฐานที่กำหนดใช้ทำแผ่นนำกระแทกไฟฟ้าแบบสองชั้น

ตารางที่ 4.4 การเปรียบเทียบการสังเคราะห์พอลิแอนิลีนบนชั้นพอลิพิร์โอลและพอลิพิร์โอลบนเหล็กกล้าไร้สนิมด้วยวิธีทางเคมีไฟฟ้า

วิธีการสังเคราะห์	ภาวะ	ประสิทธิภาพ ป้องกันการกัด กร่อน (ร้อยละ)	ความต้านทานเชิง สัมผัส (มิลลิโอม ตารางเซนติเมตร)
ค่ามาตรฐาน		> 86	< 20
เหล็กกล้าไร้สนิม		82	25
เคลือบชั้นเดียว (พอลิพิร์โอล)	ค่าศักย์ไฟฟ้าคงที่	0.6 โวลต์ 350 วินาที	94.41±0.67
	ค่ากระแสไฟฟ้า คงที่	0.6 มิลลิแอมเปอร์ 600 วินาที	91.06±2.18
เคลือบสองชั้น (พอลิพิร์โอล/ พอลิแอนิลีน)	ค่าศักย์ไฟฟ้าคงที่	1.2 โวลต์ 600 วินาที	98.69±0.18
	ค่ากระแสไฟฟ้า คงที่	1.0 มิลลิแอมเปอร์ 600 วินาที	99.57±0.08

4.8 การวิเคราะห์หมู่พังก์ชันด้วยเทคนิค Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR)

นำฟิล์มพอลิพิร์โอลและพอลิแอนิลีนที่ทำการสังเคราะห์ได้จากสารละลายสนับสนุนอิเล็กโทรไลต์กรดออกซ้าลิกความเข้มข้น 0.5 มอลต่อลิตร และสารละลายมอนโอมอร์เข้มข้น 0.1 มอลต่อลิตร มาทำการวิเคราะห์หมู่พังก์ชัน เพื่อยืนยันว่าฟิล์มที่ทำการสังเคราะห์ได้เป็นพอลิพิร์โอลและพอลิแอนิลีนจริง

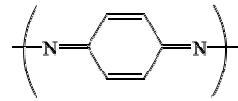
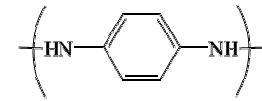
4.8.1 การวิเคราะห์หมู่พังก์ชันของพอลิเมอร์ที่ทำการสังเคราะห์ได้

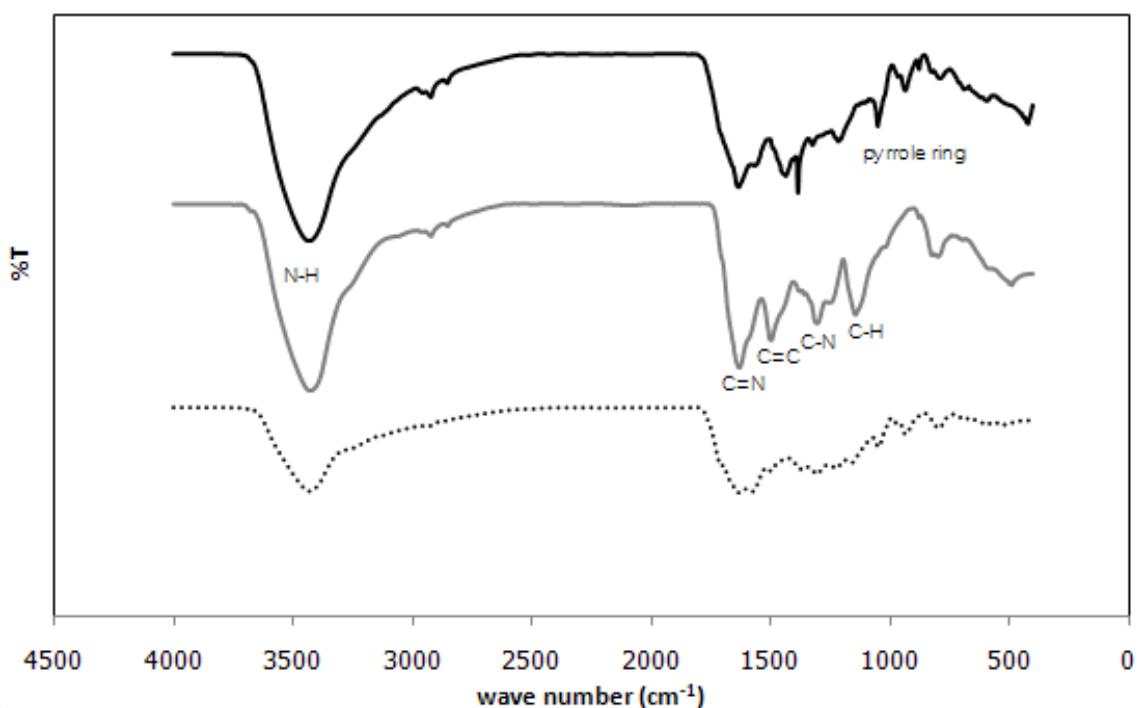
พอลิพิร์โอลจะมีตำแหน่งการดูดกลืนแสงที่สำคัญซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของพอลิพิร์โอล และพอลิแอนิลีน แสดงดังตารางที่ 4.5 และ 4.6 ตามลำดับ

ตารางที่ 4.5 ตำแหน่งการดูดกลืนแสงอินฟราเรดที่เป็นลักษณะเฉพาะของพอลิพิร์โอล [35, 45, 55]

IR band (cm^{-1})	Functional group
3300-3500	N-H stretching of aromatic amine
1600-1650	C=C stretching of aromatic ring
1440	C-C and C-N stretching
1310	Mixed bending and stretching vibrations associated with C-N links
1180	C=N stretching
1043	N-H wagging
964, 790	Ring vibrations of pyrrole

ตารางที่ 4.6 ตำแหน่งการดูดกลืนแสงอินฟราเรดที่สำคัญซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของพอลิเอนิลีน [56]

IR band (cm^{-1})	Functional group
3300-3500	N-H stretching of aromatic amine
1500-1600	C=N stretching of quinoid imine 
1425-1500	C=C stretching of benzenoid diamine 
1350-1250	C-N stretching of aromatic amine
1130-1180	C-H in-plane bending aromatic



ภาพที่ 4.41 FTIR สเปกตรัมของพอลิเมอร์ที่ทำการสังเคราะห์ได้บนเหล็กกล้าไร้สนิม (—)
พอลิพิริโอล (—) พอลิเอนิลีน และ (.....) พอลิเอนิลีนบนชั้นพอลิพิริโอล

เพื่อเป็นการยืนยันผลว่าฟิล์มที่สังเคราะห์ได้เป็นพอลิเมอร์ที่ต้องการ จึงทำการพิสูจน์เอกลักษณ์ทางหมู่ฟังก์ชันที่มีอยู่ในชิ้นงาน จากภาพที่ 4.41 แสดง FTIR สเปกตรัมของพอลิเมอร์ที่สังเคราะห์ได้บนเหล็กกล้าไร้สนิม โดยเส้นที่บีบเข้ม (—) เป็นสเปกตรัมของพอลิพิร์โอลที่ทำการสังเคราะห์ได้ ปรากฏตัวແແນ່ງของพຶກສົມພັນຮົກບໍາໂຄງສ້າງທາງເຄມືຂອງພອລິພິຣີໂຣລດັ່ງຕາງໆທີ່ 4.5 ກລ່າວົງຄືມີກາຮັ້ນແບບຍືດຂອງພັນຮະ N-H ທີ່ 3433 cm^{-1} ກາຮັ້ນແບບຍືດຂອງວັງແຫວນແຂວມເມືກ C=C ທີ່ປະມານ 1632 cm^{-1} ແລກາຮັ້ນແບບຍືດຂອງພັນຮະ C-C ແລະ C-N ທີ່ 1435 cm^{-1} ກາຮັ້ນແບບຍືດແລະແບບອຂອງພັນຮະ C-N ທີ່ 1324 cm^{-1} ກາຮັ້ນແບບຍືດຂອງພັນຮະ C=N ທີ່ 1168 cm^{-1} ແລະ ກາຮັ້ນຂອງວັງແຫວນພິຣີໂຣລທີ່ຕຳແໜ່ງ $965, 778\text{ cm}^{-1}$ ຊື່ສະເປຸກຕົວມາດພອລິເມອຣ໌ທີ່ກຳຫຼັດສອດຄົດລ້ອງກັບງານຂອງ Saville [54] ແລະ Joseph และคณะ [44] ຈຶ່ງຢືນຢັນໄວ້ວ່າພອລິເມອຣ໌ທີ່ทำการສັງເຄົາທີ່ໄດ້ເປັນພອລິພິຣີໂຣລຈົງ

ສ່ວນເສັ້ນທີ່ບ່າຈາງ (—) ແລດສະເປຸກຕົວມາດພອລິເມອຣ໌ນັບນໍາໃປທົດສອບ FTIR ປຽກງູດຕຳແໜ່ງພຶກທີ່ພົບສົມພັນຮົກບໍາໂຄງສ້າງທາງເຄມືຂອງພອລິເອນິລິນດັ່ງຕາງໆທີ່ 4.6 ກລ່າວົງຄືມີກາຮັ້ນແບບຍືດຂອງພັນຮະ N-H ທີ່ 3435 cm^{-1} ກາຮັ້ນແບບຍືດພັນຮະ C=N ທີ່ປະມານ 1600 cm^{-1} ແລກາຮັ້ນແບບຍືດຂອງ C=C ທີ່ 1492 cm^{-1} ແລດຕຶງວັງແຂວມເມືກຂອງວັງແຫວນຄວິນນອຍດ໌ (Quinoid) ແລະວັງແຫວນເບັນເຊື່ອນອຍດ໌ (Benzenoid) ຕາມລຳດັບກາຮັ້ນແບບອຂອງພັນຮະ C-N ທີ່ 1300 cm^{-1} ກາຮັ້ນແບບອຂອງພັນຮະ C-H ໃນແນວະນາບແລນອກຮະນາບຂອງພັນຮະແຂວມເມືກ 1153 cm^{-1} ແລະ 808 cm^{-1} ຕາມລຳດັບ ຊື່ສອດຄົດລ້ອງກັບງານວິຈິຍຂອງ He [15]

ແລະເສັ້ນປະ (.....) ແລດສະເປຸກຕົວມາດພອລິເມອຣ໌ທີ່ກຳຫຼັດສອດພອລິເອນິລິນທັບພອລິພິຣີໂຣບັນເໜີກກຳລ້າໄວ້ສົນມ ປຽກງູດຕຳແໜ່ງພຶກສົມພັນຮົກບໍາໂຄງສ້າງທາງເຄມືຂອງພອລິເອນິລິນ ແລະພອລິພິຣີໂຣລວ່າມກັນ ດືອ ຕຳແໜ່ງກາຮັ້ນແບບຍືດຂອງວັງແຫວນແຂວມເມືກ C=C ທີ່ 1632 cm^{-1} ແລະກາຮັ້ນຂອງວັງແຫວນພິຣີໂຣລທີ່ຕຳແໜ່ງ $965, 794\text{ cm}^{-1}$ ຊື່ສະເປຸກຕົວມາດພອລິພິຣີໂຣລ ກາຮັ້ນແບບຍືດພັນຮະ C=N ທີ່ປະມານ 1577 cm^{-1} ແລກາຮັ້ນແບບຍືດຂອງ C=C ທີ່ 1505 cm^{-1} ແລດຕຶງວັງແຂວມເມືກ ຂອງວັງແຫວນຄວິນນອຍດ໌ (Quinoid) ແລະວັງແຫວນເບັນເຊື່ອນອຍດ໌ (Benzenoid) ຂອງໂຄງສ້າງພອລິເອນິລິນ ຕາມລຳດັບ

บทที่ 5

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการทดลอง

งานวิจัยนี้ทำการศึกษาการสังเคราะห์พอลิพิร์โอล (PPY) และพอลิเอนิลีนบนชั้นพอลิพิร์โอล (PPY/PANI) บนเหล็กกล้าไร้สนิมด้วยวิธีทางเคมีไฟฟ้า โดยตัวแปรที่ทำการศึกษาประกอบด้วย ชนิดของสารสนับสนุนอิเล็กโทรไลต์ ความเข้มข้นของมอนโอมอร์ วิธีในการสังเคราะห์พอลิเมอร์ลงบนเหล็กกล้าไร้สนิม

การศึกษาภาวะของความเข้มข้นมอนโอมอร์พิร์โอลตั้งแต่ 0.1 – 0.5 มอลต่อลิตร โดยทำการสังเคราะห์ด้วยเทคนิคไซคลิกโوالแทนเมทรี พบร่วมกันความเข้มข้นของมอนโอมอร์ ส่งผลให้การป้องกันการกัดกร่อนมีค่าลดลง โดยที่ความเข้มข้นพิร์โอลมอนโอมอร์ 0.1 มอลต่อลิตร ให้ประสิทธิภาพการป้องกันการกัดกร่อนสูงสุดในสารสนับสนุนอิเล็กโทรไลต์ทุกชนิด และค่าความต้านทานเชิงสัมผัสสูงขึ้นเมื่อเพิ่มความเข้มข้นมอนโอมอร์เนื่องจากผลของความหนาที่เพิ่มมากขึ้น

การศึกษาชนิดสารสนับสนุนอิเล็กโทรไลต์ ได้แก่ โซเดียมໂಡเดซิลซัลเฟตความเข้มข้น 0.15 มอลต่อลิตร กรดออกซิลิกความเข้มข้น 0.5 มอลต่อลิตร และกรดซัลฟิริกความเข้มข้น 0.1 มอลต่อลิตร โดยทำการสังเคราะห์ด้วยวิธีไซคลิกโوالแทนเมทรี พบร่วมกันการสังเคราะห์พอลิพิร์โอลในสารละลายกรดออกซิลิกให้ประสิทธิภาพการป้องกันการกัดกร่อนดีที่สุดคือร้อยละ 92.51 และมีค่าความต้านทานสัมผัส เท่ากับ 29.9 มิลลิโอมตารางเซนติเมตร

การศึกษาวิธีที่ใช้ในการสังเคราะห์ คือ วิธีไซคลิกโوالแทนเมทรี วิธีกำหนดค่าศักย์ไฟฟ้าคงที่ และกำหนดค่ากระแสไฟฟ้าคงที่ พบร่วมกันการสังเคราะห์พอลิพิร์โอลความเข้มข้นมอนโอมอร์ 0.1 มอลต่อลิตร ในสารละลายกรดออกซิลิกด้วยวิธีกำหนดค่าศักย์ไฟฟ้าคงที่ 0.6 โวลต์เทียบกับ SCE เป็นเวลา 350 วินาที ส่งผลให้การป้องกันการกัดกร่อนดีที่สุดสำหรับการเคลือบแบบชั้นเดียว โดยมีค่าประสิทธิภาพการป้องกันการกัดกร่อนเท่ากับร้อยละ 94.41 และค่าความต้านทานสัมผัสเท่ากับ 2.62 มิลลิโอมตารางเซนติเมตร

การศึกษาการสังเคราะห์พอลิเอนิลีนบนชั้นของพอลิพิร์โอล (PPY/PANI) ด้วยวิธีกำหนดค่าศักย์ไฟฟ้าคงที่ และกำหนดค่ากระแสไฟฟ้าคงที่ พบร่วมกันการสังเคราะห์พอลิเอนิลีนด้วยวิธีกำหนดค่าศักย์ไฟฟ้าคงที่ 1 มิลลิเคอมแบร์ เวลาการสังเคราะห์ 600 วินาที พบร่วมกับการเคลือบแบบสองชั้นให้ประสิทธิภาพในการป้องกันการกัดกร่อนที่สูงกว่าการเคลือบชั้นเดียว โดยมีประสิทธิภาพการป้องกันการกัดกร่อนสูงสุดที่ร้อยละ 99.57 ส่วนค่าความต้านทานเชิงสัมผัสมีค่า

สูงกว่าการเคลือบแบบชั้นเดียวเนื่องจากความหนาที่เพิ่มมากขึ้น และนำพอลิเมอร์ที่ทำการสังเคราะห์ได้มาศึกษาลักษณะพื้นผิวด้วยเครื่อง Scanning Electron Microscopy (SEM) และศึกษาองค์ประกอบของฟิล์มด้วยเครื่อง Fourier Transform Infrared (FTIR) พบว่าฟิล์มที่ได้มีลักษณะเป็นเนื้อเดียวกันและมีหมุ่ฟังก์ชันเป็น PPY และ PANI จริง

5.2 ข้อเสนอแนะในงานวิจัย

1. เนื่องจากการนำไฟฟ้าของพอลิเมอร์ที่ทำการสังเคราะห์อาจยังนำไฟฟ้าได้ไม่ดีเท่าวัสดุประเภทแก้วไฟต์ ดังนั้นการปรับปรุงสมบัติการนำไฟฟ้า อาจมีการเติมนิกเกิลลงไประหว่างการสังเคราะห์ เนื่องจากนิกเกิลเป็นองค์ประกอบที่อยู่ภายในเหล็กกล้าไวร์สันมีที่มีสมบัติด้านการนำไฟฟ้าและป้องกันการกัดกร่อนได้ ดังนั้นมีการทำการเติมลงไปแล้วจะทำให้เพิ่มสมบัติการนำไฟฟ้าของชิ้นงานได้บ้าง
2. การปรับปรุงสมบัติการนำไฟฟ้า ควรทำการสังเคราะห์ที่อัตราส่วนของสารประกอบ อิเล็กโทรไลต์และมอนอเมอร์ของแอนิลินมากขึ้น หรือศึกษาถึงสารสนับสนุน อิเล็กโทรไลต์ชนิดอื่นที่มีสมบัติเป็นกรด
3. ในการเลือกใช้สารประกอบอิเล็กโทรไลต์ประเภทสารลดแรงตึงผิว อาจเลือกใช้สารลดแรงตึงผิวที่มีสมบัติเป็นกรด เช่น กรดโดเดซิลเบนซีนซัลฟonic acid)

รายการอ้างอิง

- [1] Zotti, G. Electrochemical Sensors Based on Polyconjugated Conducting Polymers. Synthetic Metals 51 (1992).
- [2] Kumar, D., and Sharma, R. C. Advance in conductive polymers. European Polymer Journal 34 (1998): 1053-1060.
- [3] Bai, H. and Shi, G. Gas Sensors Based on Conducting Polymers. Sensors 7 (2007): 267-307.
- [4] Cynthia, G. Z. Handbook of Electrochemical Methods, Elsevier B.V., 2007.
- [5] Xiaoping, L. Formation of Polymer Coatings by Electropolymerization. Doctor's thesis, Philosophy Chemical Engineering, University of Waterloo, Ontario, Canada, 1998.
- [6] Andrienko, D. Cyclic Voltammetry, 2008.
- [7] Amaral, S.T., Muller, I.L. Passivation of pure iron in alkaline solution containing silicate and sulphate - Galvanostatic and Potentiostatic studies, Corrosion Science 41 (1999): 747-758.
- [8] Morenoa, J.D., Marcosb, M.L., Agullo-Ruedac, Guerrero-Lemusa, F.R., Martínez-Palmaa, R.J., Martínez-Duarta, and J.M., González-Velasco, J. A galvanostatic study of the electrodeposition of polypyrrole into porous silicon. Thin Solid Films 348 (1999): 152-156.
- [9] Wencheng, S., Iroh, J. O. Electrodeposition mechanism of polypyrrole coatings on steel substrates from aqueous oxalate solutions. Electrochimica Acta 46 (2000): 1–8.
- [10] Mac Diarmid, A.G., et al. Polyanilines: a novel class of conducting polymers. Molecular Crystals and Liquid Crystals (1985): 121-173.

- [11] Inzelt, G. Conducting Polymers A New Era in Electrochemistry, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2008.
- [12] วันชัย เลิศวิจิตรวงศ์, โกลินทร์ หาช่วย และ อำนวย ลีทัตตตะภูล, พัฒนาการของพอลิเมอร์นำไปใช้งาน, วารสารส่งเสริมเทคโนโลยี 33, 189 (ตุลาคม 2549): 132-138.
- [13] ประสบชัย วิริยะศรีวัฒนา. ปรากฏการณ์ขั้นส่งทางไฟฟ้าในพอลิเพรอลที่สังเคราะห์แบบเคมี. รายงานโครงการเรียนการสอนเพื่อเสริมประสบการณ์, ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2532.
- [14] Margolis, J., Conductive Polymers and Plastics, Chapman and Hall (1989): 2-11.
- [15] Biallozor, S., and Kupniewska, A. Conducting polymers electrodeposited on active metals. Synthetic Metals 155 (2005): 443–449.
- [16] Nalwa, H.S. Handbook of Organic Conductive Molecules and Polymers. Vol 2, John Wiley & Sons, 1997.
- [17] Street, G.B. et al. Characterization of Polypyrrole. Colloque C3 supplement 44 (1983): 599-606.
- [18] Uyar,T. Formation and Characterization of Polypyrrole/(Polyaniline-Polypyrrole) bilayer composite coatings. Thesis submitted to the Division of Research and Advanced studies Department of Chemical and Materials Engineering, University of Cincinnati, 2003.
- [19] Ansari, R., Polypyrrole Conducting Electroactive Polymers: Synthesis and Stability Studies, E-Journal of Chemistry 13, (2006): 186-201.
- [20] วิภาสศรี วิริยะรักษ์. การสังเคราะห์พอลิแอนิลีนบนเหล็กกล้าไร้สนิมโดยวิธีเคมีไฟฟ้า. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553.
- [21] Wallace, G., Spinks, G., Kane-Maguire, L., and Teasdale, P. Conductive Electroactive Polymers: Intelligent Materials Systems. 2nd edition, New York CRC Press, 2002.

- [22] Stenger-Smith, J.D. Intrinsically Electrically Conducting Polymers synthesis characterization and their applications. Progress of Polymer Science 23 (1998): 57-59.
- [23] Tawfika H., Hunga, Y., and Mahajan, D. Metal bipolar plates for PEM fuel cell - A review. Journal of Power Sources 163 (2007): 755–767.
- [24] Allen, H., Tapas, C., and Priscila, S. Bipolar plates for PEM fuel cells: A review. International Journal of Hydrogen Energy 30 (2005): 1297 – 1302.
- [25] Renato, A. A., Mara, C.L.O., Gerhard, E., and Volkmar, E. Corrosion of metal bipolar plates for PEM fuel cells: A review. International Journal of Hydrogen Energy 35 (2010): 3632 – 3647.
- [26] Mark, V.B. Composites Materials, The University of Alabama in Huntsville, Huntsville, Alabama, 2000.
- [27] Lee, S.H., Huang, C.H., and Chen, Y.P. Investigation of PVD coating on corrosion resistance of metallic bipolar plates in PEM fuel cell. Journal of Materials Processing Technology 140 (2003): 688-693.
- [28] มนัส สติรุจินดา, เหล็กกล้าไร้สนิม, เหล็กกล้า, พิมพ์ครั้งที่ 5, 2539, หน้า 72-83.
- [29] จักรพงศ์ ศิริประสมทรัพย์. ผลขององค์ประกอบของคาร์บอน/เรซิโนมพอยสิตต์อสมบัติของแผ่นโลหะเคลือบสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงพีโอดี. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553.
- [30] อนุวัฒน์ จตุลากา瓦ร, ประภาศิต สถาณเมือง และ วนัท มีรชัย. การกัดกร่อน. เอกสารประกอบการเรียนวิชา Engineering Material, หน้า 1-15, ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสต์มาหิดล, 2549.
- [31] Corrosion [online].2011. Available from: <http://www.il.mahidol.ac.th/e-media/electrochemist/web/electrochem04.htm> [2011, August]

- [32] อรุณฯ กอสนาน. การผุกร่อน. ใน เอกสารประกอบการสอนวิชาวัสดุวิศวกรรม, หน้า 6-7, วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นแอดิชั่น, 2549.
- [33] Basic of Electrochemical Corrosion Measurement. Review of the Electrochemical Basic of Corrosion [online]. 2010. Available from: http://www.gamry.com/App_Notes/DC_Corrosion/GettingStartedWithEchem_CorrMeasurements.htm [2011, January]
- [34] Shine, J.S., McClure, J.C., Chianelli, R., Pich, P., and Sebastian, P.J. Conducting polymer-coated stainless steel bipolar plates for proton exchange membrane fuel cells (PEMFC). International Journal of Hydrogen Energy 30 (2005): 1339 – 1344.
- [35] Hasanov, R., and Bilgic, S. Monolayer and bilayer conducting polymer coatings for corrosion protection of steel in 1 M H₂SO₄ solution. Progress in Organic Coatings 64 (2009): 435–445.
- [36] Ren, Y.J., and Zeng, C.L. Effect of conducting composite polypyrrole/polyaniline coatings on the corrosion resistance of type 304 stainless steel for bipolar plates of proton exchange membrane fuel cells. Journal of Power Sources 82 (2008): 524–530.
- [37] Sathiyanarayanan, S., Devi, S., and Venkatachari, G. Corrosion protection of stainless steel by electropolymerised pani coating. Progress in Organic Coatings 56 (2006): 114-119.
- [38] Tan. C.K., and Blackwood, D.J. Corrosion protection by multilayered conducting polymer coatings. Corrosion Science 45 (2003): 545–557.
- [39] Tunc, T. Polypyrrole films on stainless steel. Surface & Coatings Technology 200 (2006): 4713 – 4719.

- [40] Ozyilmaz, A.T., Erbil, M., and Yazici, B. The corrosion behaviours of polyaniline coated stainless steel in acidic solutions. *Thin Solid Films* 496 (2006): 431-437.
- [41] Ren, Y.J., Chen, J., and Zeng, C.L. Corrosion protection of type 304 stainless steel bipolar plates of proton-exchange membrane fuel cells by doped polyaniline coating. *Journal of Power Sources* 195 (2010): 1914–1919.
- [42] Dektak³ST Surface Profiler - Measuring System [Online]. 2011. Available from: <http://www.wm.edu/sites/arc/labs/lab121/equipment/dektak/newdektakspec/index.php> [2011, August]
- [43] Thumanu, K., Tanthanuch, W., Lorthongpanich, J., Heraud, P., and Parmpai, R. FTIR microspectroscopic imaging as a new tool to distinguish the chemical composition of Mouse Blastocyst. *Journal of Molecular Structure* 933 (1-3) (2009): 104-111.
- [44] แม่น ออมรสิทธิ .หลักการและเทคนิคการวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ พิมพ์ครั้งที่ 1กรุงเทพมหานคร: ห้างหุนส่วนจำกัด โรงพิมพ์ชวนพิมพ์ ,2534.
- [45] Joseph, S., McClure, J.C., Chianelli, R., Pich, P., and Sebastian, P.J. Conducting polymer-coated stainless steel bipolar plates for proton exchange membrane fuel cells (PEMFC). *International Journal of Hydrogen Energy* 30 (2005): 1339 – 1344.
- [46] The Bodner Group Division of Chemistry Education, Purdue University West Lafayette, Indiana 47907-1393 *Electrochemical Reaction* [online]. Available from: <http://chemed.chem.psu.edu/genchem/topicreview/bp/ch20/electro.php> [2011, 14 September]
- [47] Ivandini, T. A., Akira F., and Einaga, Y. Elelctroanalytical Application of Conductive diamond electrodes by controlling its surface termination. (Unpublished Manuscript).

- [48] Hermanna, A., Chaudhuria, T., and Spagnolb, P. Bipolar plates for PEM fuel cells: A review. *International Journal of Hydrogen Energy* 30 (2005): 1297 – 1302.
- [49] Iroh, J. O. et al. Electrochemical synthesis: a novel technique for processing multi-functional coatings. *Progress in Organic Coatings*, 47 (2003): 365-375.
- [50] Vork, F. T. A. and Janssen, L. J. J. Structural Effects in Polypyrrole Synthesis. *Electrochimica Acta* 33 (1988): 1513-1517.
- [51] Ibrahim, M., and Koglin, E. Spectroscopic Study of Polyaniline Emeraldine Base: Modelling Approach. *Acta Chimica Slovenica* 52 (2005): 159–163.
- [52] Pruneanu, S., Veress, E., Marian, I., and Oniciu, L. Characterization of polyaniline by cyclic voltammetry and UV – Vis absorption spectroscopy. *Materials Science* 34 (1999): 2733-2739.
- [53] Herrasti, P., Diaz, L., Ocón, P., Ibáñez, A., and Fatas, E. Electrochemical and mechanical properties of polypyrrole coatings on steel. *Electrochimica Acta* 49 (2004): 3693 – 3699.
- [54] Renato, A. A., Mara, C. L.O., Ett, G., and Ett, V. Corrosion of metal bipolar plates for PEM fuel cells: A review. *International Journal of Hydrogen Energy* 35 (2010): 3632 – 3647.
- [55] Saville P. *Polypyrrole Formation and Use*. Canada: Technical Memorandum DRDC Atlantic, 2005.
- [56] He, Y. Interfacial synthesis and characterization of polyaniline nanofibers. *Materials Science and Engineering* 126 (2005): 76-79.

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

ข้อมูลการทดลอง

ก-1 ค่าความหนาแน่นกระแสงไฟฟ้ากัดกร่อนของเหล็กกล้าไวร์สันมที่ไม่ได้เคลือบทดสอบในสารละลายน้ำดีซิลซัลฟิวเริกความเข้มข้น 0.1 มิลลิตรอลิตร

พื้นที่ผิวทดสอบของเหล็กกล้าไวร์สัน = 2.3 ตารางเซนติเมตร

ค่าความหนาแน่นกระแสงไฟฟ้ากัดกร่อน, $I_{corr(ss)}$ = 114.27 ไมโครแอมเปอร์ต่อตารางเซนติเมตร

ก-2 ผลของค่าความหนาแน่นกระแสงไฟฟ้ากัดกร่อนค่าประสิทธิภาพการป้องกันการกัดกร่อน ค่าความหนา และค่าความด้านทานเชิงสัมผัสของฟิล์มพอลิพิร์โรล ที่สังเคราะห์ในสารสนับสนุนอิเล็กโทรไลต์ชนิดต่างๆ และสารละลายนอนโนเมอร์ความเข้มข้น 0.1 – 0.5 มิลลิตรอลิตร

ตัวแปรที่ศึกษา: ความเข้มข้นพิร์โรลอนโนเมอร์

ภาวะที่ใช้ในการสังเคราะห์ :

สารละลายน้ำดีซิลซัลฟิวเริกความเข้มข้น 0.15 มิลลิตรอลิตร

พิร์โรลอนโนเมอร์เข้มข้น 0.1 – 0.5 มิลลิตรอลิตร

วิธีในการสังเคราะห์: ใช้คลิกโวลแทนเมทวี

สารละลายน้ำดีซิลซัลฟิวเริกความเข้มข้น 0.1 มิลลิตรอลิตร

ตาราง ก1 ค่าความหนาแน่นกระแทกไฟฟ้ากัดกร่อนและค่าประสิทธิภาพการป้องกันการกัดกร่อนของพิล์มพอลิพิร์โอล ที่สั่งเคราะห์ในสารละลายอิเล็กโทรไลต์ของโซเดียมโดเดซิลซัลเฟตและสารละลายมอนโอมอร์ความเข้มข้น 0.1 – 0.5 มิลลิต่อลิตร

ความเข้มข้นพิร์โอลมอนโอมอร์(มิลลิต่อลิตร)	ความหนาแน่นกระแทกสารกัดกร่อน(ไมโครแเอมแพร์ต่อตารางเซนติเมตร)	ประสิทธิภาพป้องกันการกัดกร่อน(ร้อยละ)
0.1	63.75 ± 4.02	44.21 ± 3.52
0.2	78.56 ± 7.95	31.25 ± 6.95
0.3	76.70 ± 8.58	32.88 ± 7.51
0.4	87.63 ± 5.07	23.31 ± 4.43
0.5	90.72 ± 5.86	20.60 ± 5.13

ตาราง ก2 ค่าความหนาและค่าความต้านทานเชิงสัมผัสของพิล์มพอลิพิร์โอล ที่สั่งเคราะห์ในสารละลายอิเล็กโทรไลต์ของโซเดียมโดเดซิลซัลเฟตและสารละลายมอนโอมอร์ความเข้มข้น 0.1 – 0.5 มิลลิต่อลิตร

ความเข้มข้นพิร์โอลมอนโอมอร์(มิลลิต่อลิตร)	ความหนา(ไมโครเมตร)	ความต้านทานเชิงสัมผัส(มิลลิโอห์มตารางเซนติเมตร)
0.1	30.81 ± 1.23	39.00 ± 4.36
0.2	40.8 ± 2.11	48.32 ± 7.38
0.3	54.52 ± 2.42	50.00 ± 4.14
0.4	65.42 ± 3.25	69.05 ± 8.28
0.5	89.23 ± 2.52	94.85 ± 5.85

ตัวแปรที่ศึกษา : ความเข้มข้นพิริโอลомнอมอร์

ภาษาที่ใช้ในการสังเคราะห์ :

สารละลายนิลิกโตรีด์: กรดชัลฟิววิกเข้มข้น 0.1 มิลลิตรต่อลิตร

พิริโอลомнอมอร์เข้มข้น 0.1 – 0.5 มิลลิตรต่อลิตร

วิธีในการสังเคราะห์ : ไซคลิกโวลแทมเมทรี

สารละลายนทดสอบการกัดกร่อน: กรดชัลฟิววิกเข้มข้น 0.1 มิลลิตรต่อลิตร

ตาราง ก3 ค่าความหนาแน่นกระเสไฟฟ้ากัดกร่อนและค่าประสิทธิภาพการป้องกันการกัดกร่อนของพิล์มพอลิพิริโอล ที่สังเคราะห์ในสารละลายนิลิกโตรีด์ของกรดชัลฟิววิกและสารละลายนอมอร์ความเข้มข้น 0.1 – 0.5 มิลลิตรต่อลิตร

ความเข้มข้นพิริโอลомнอมอร์ (มิลลิตรต่อลิตร)	ความหนาแน่นกระเสไฟฟ้ากัดกร่อน (ไมโครเมตรแบบเบร็ตต์ต์ต่อตารางเซนติเมตร)	ประสิทธิภาพป้องกันการกัดกร่อน (ร้อยละ)
0.1	11.82 ± 3.40	89.66 ± 2.97
0.2	15.83 ± 3.53	86.14 ± 3.53
0.3	28.16 ± 2.19	75.36 ± 2.19
0.4	45.03 ± 5.99	60.59 ± 5.99
0.5	92.65 ± 4.51	18.91 ± 4.51

ตาราง ก4 ค่าความหนาและค่าความต้านทานเชิงสัมผัสของพอลิพิร์โอล ที่สังเคราะห์ในของกรดชัลฟิวเริกและสารละลายมอนเเมอร์ความเข้มข้น 0.1 – 0.5 มอลต่อลิตร

ความเข้มข้นพิร์โอล มอนเเมอร์ (มอลต่อลิตร)	ความหนา (ไมโครเมตร)	ความต้านทานเชิงสัมผัส (มิลลิโอมต่างเซนติเมตร)
0.1	16.03 ± 2.42	21.78 ± 6.71
0.2	32.11 ± 1.21	38.80 ± 4.37
0.3	37.32 ± 2.32	43.90 ± 2.13
0.4	41.51 ± 2.17	62.27 ± 6.11
0.5	43.12 ± 3.13	81.87 ± 4.87

ตัวแปรที่ศึกษา : ความเข้มข้นพิร์โอลมอนเเมอร์

ภาวะที่ใช้ในการสังเคราะห์ :

สารละลายอิเล็กโทรไลต์: กรดออกชาลิกเข้มข้น 0.5 มอลต่อลิตร

พิร์โอลมอนเเมอร์เข้มข้น 0.1 – 0.5 มอลต่อลิตร

วิธีในการสังเคราะห์ : ไฮคลิกโอลแทนเมทรี

สารละลายทดสอบการกัดกร่อน : กรดชัลฟิวเริกเข้มข้น 0.1 มอลต่อลิตร

ตาราง ก5 ค่าความหนาแน่นกระเส้าไฟฟ้ากัดกร่อนและค่าประสิทธิภาพการป้องกันการกัดกร่อนของพอลิพิร์โอล ที่สังเคราะห์ในสารละลายอิเล็กโทรไลต์ของกรดออกชาลิกและสารละลายมอนเเมอร์ความเข้มข้น 0.1 – 0.5 มอลต่อลิตร

ความเข้มข้น พิร์โอลมอนเเมอร์ (มอลต่อลิตร)	ความหนาแน่นกระเส้าการกัดกร่อน (ไมโครเมตรแปร์ต่อตารางเซนติเมตร)	ประสิทธิภาพป้องกันการ กัดกร่อน (ร้อยละ)
0.1	8.56 ± 1.46	92.51 ± 1.27
0.2	24.07 ± 3.33	78.94 ± 3.33
0.3	29.49 ± 2.47	74.19 ± 2.47
0.4	32.04 ± 3.65	71.96 ± 3.65
0.5	33.11 ± 1.34	71.02 ± 1.34

ตาราง ก6 ค่าความหนาและค่าความต้านทานเชิงสัมผัสของฟิล์มพอลิพิร์โรล ที่สังเคราะห์ในสารละลายอิเล็ก tro ไลต์ของกรดออกชาลิกและสารละลายมอนอเมอร์ความเข้มข้น 0.1 – 0.5 มิลลิตร

ความเข้มข้นพิร์โรล มอนอเมอร์ (มิลลิตร)	ความหนา (ไมโครเมตร)	ความต้านทานเชิงสัมผัส (มิลลิโอมต์ราเรนติเมตร)
0.1	22.02 ± 3.11	29.90 ± 0.22
0.2	38.11 ± 2.15	47.32 ± 1.08
0.3	56.14 ± 2.32	58.50 ± 4.13
0.4	54.34 ± 1.27	59.00 ± 6.48
0.5	59.42 ± 2.41	72.35 ± 1.16

ก- 3 ผลของค่าความหนาแน่นกระแทฟฟ้ากัดกร่อนค่าประสิทธิภาพการป้องกันการกัดกร่อน
ค่าความหนา และค่าความต้านทานเชิงสัมผัสของฟิล์มพอลิพิร์โรล ที่สังเคราะห์ใน
สารละลายกรดออกชาลิกเข้มข้น 0.5 มิลลิตร และพิร์โรลมอนอเมอร์ 0.1 มิล
ลิตร โดยเทคนิคให้ค่าศักย์ไฟฟ้าคงที่

ตัวแปรที่ศึกษา: ค่าศักย์ไฟฟ้าที่ทำการสังเคราะห์ที่เวลา 1800 วินาที

ภาวะที่ใช้ในการสังเคราะห์ :

สารละลายอิเล็ก tro ไลต์: กรดออกชาลิกเข้มข้น 0.5 มิลลิตร

พิร์โรลมอนอเมอร์เข้มข้น 0.1 มิลลิตร

วิธีในการสังเคราะห์ : ค่าศักย์ไฟฟ้าคงที่ที่ 0.45 – 0.65 โวลต์เทียบกับ SCE

สารละลายทดสอบการกัดกร่อน : กรดซัลฟิวริกเข้มข้น 0.1 มิลลิตร

ตาราง ก7 ค่าความหนาแน่นกระด้วยไฟฟ้ากัดกร่อนและค่าประสิทธิภาพการป้องกันการกัดกร่อนของฟิล์มพอลิพิร์โอล ที่สังเคราะห์ในสารละลายอิเล็กโทรไลต์ของกรดออกซิชาลิกและสารละลายพิร์โอลомнอมอเมอร์ ที่ค่าศักย์ไฟฟ้า 0.45 – 0.65 วัลต์เทียบกับ SCE

ศักย์ไฟฟ้า (วัลต์)	ความหนาแน่นกระด้วยไฟฟ้ากัดกร่อน (ไมโครแเอมแพร์ต่อตารางเซนติเมตร)	ประสิทธิภาพป้องกันการกัดกร่อน (ร้อยละ)
0.45	32.81 ± 1.15	71.29 ± 1.31
0.50	25.21 ± 1.50	77.93 ± 1.01
0.55	21.33 ± 2.13	81.33 ± 1.86
0.60	21.04 ± 1.64	81.59 ± 1.17
0.65	83.70 ± 1.34	26.75 ± 1.17

ตาราง ก8 ค่าความหนาและค่าความต้านทานเชิงสัมผัสของฟิล์มพอลิพิร์โอล ที่สังเคราะห์ในสารละลายอิเล็กโทรไลต์ของกรดออกซิชาลิกและสารละลายพิร์โอลомнอมอเมอร์ ที่ค่าศักย์ไฟฟ้า 0.45 – 0.65 วัลต์เทียบกับ SCE

ค่าศักย์ไฟฟ้า (วัลต์)	ความหนา (ไมโครเมตร)	ความต้านทานเชิงสัมผัส (มิลลิโอห์มตารางเซนติเมตร)
0.45	20.21 ± 2.02	27.59 ± 4.66
0.50	24.02 ± 1.51	30.80 ± 2.64
0.55	29.16 ± 1.34	35.04 ± 1.6
0.60	33.43 ± 1.62	39.13 ± 3.88
0.65	38.10 ± 2.17	42.56 ± 3.89

ตัวแปรที่ศึกษา: เวลาในการสังเคราะห์ที่ค่าศักย์ไฟฟ้า 0.6 ไวลด์เทียบกับ SCE
ภาษาที่ใช้ในการสังเคราะห์ :

สารละลายนิลิกโตรไอล์ต์: กรดออกซานาลิกเข้มข้น 0.5 มิลลิตรต่อลิตร

พิริโอลมอนอเมอร์เข้มข้น 0.1 มิลลิตรต่อลิตร

วิธีในการสังเคราะห์ : ค่าศักย์ไฟฟ้าคงที่ที่ 0.6 ไวลด์เทียบกับ SCE

สารละลายนทดสอบการกัดกร่อน: กรดซัลฟิวริกเข้มข้น 0.1 มิลลิตรต่อลิตร

ตาราง ก9 ค่าความหนาแน่นกระแสไฟฟ้ากัดกร่อนและค่าประสิทธิภาพการป้องกันการกัดกร่อนของฟิล์มพอลิพิริโอล ที่สังเคราะห์ในสารละลายนิลิกโตรไอล์ต์ของกรดออกซานาลิกและสารละลายนิลิกโอลมอนอเมอร์ ที่เวลาการสังเคราะห์ 300 – 1800 วินาที ที่ค่าศักย์ไฟฟ้า 0.6 ไวลด์เทียบกับ SCE

เวลาการสังเคราะห์ (วินาที)	ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้ากัดกร่อน (ไมโครแอม佩อร์ต่อตารางเซนติเมตร)	ประสิทธิภาพป้องกันการกัดกร่อน (ร้อยละ)
300	8.21 ± 0.86	92.81 ± 0.75
350	6.37 ± 0.76	94.41 ± 0.67
400	7.92 ± 0.71	93.07 ± 0.62
500	16.52 ± 1.35	85.54 ± 1.18
600	21.49 ± 2.82	81.19 ± 2.47
800	24.73 ± 0.99	78.36 ± 0.87
1000	44.33 ± 1.02	61.2 ± 0.89
1200	54.28 ± 3.4	52.5 ± 3.75
1400	19.33 ± 2.16	83.08 ± 1.89
1600	34.41 ± 2.48	69.89 ± 2.17
1800	37.63 ± 0.92	67.07 ± 0.81

ตาราง ก10 ค่าความหนาและค่าความต้านทานเชิงสัมผัสของพิล์มพอลิพิร์โรล ที่สั้งเคราะห์ในสารละลายนิเล็กโกรไล์ต์ของกรดออกชาลิกและสารละลายนิร์โรลомнอมอร์ ที่เวลาการสั้งเคราะห์ 300 – 1800 วินาที ที่ค่าศักย์ไฟฟ้า 0.6 โวลต์เทียบกับ SCE

เวลาการสั้งเคราะห์ (วินาที)	ความหนา (ไมโครเมตร)	ความต้านทานเชิงสัมผัส (มิลลิโอมต่างเซนติเมตร)
300	6.21 ± 1.02	2.33 ± 1.51
350	7.32 ± 0.14	2.62 ± 1.11
400	10.48 ± 1.15	7.68 ± 2.38
500	12.97 ± 2.11	9.92 ± 1.10
600	15.02 ± 1.12	15.55 ± 2.10
800	17.92 ± 2.02	19.40 ± 1.32
1000	19.20 ± 1.14	22.72 ± 0.35
1200	20.26 ± 0.12	27.94 ± 2.01
1400	24.04 ± 1.16	32.39 ± 2.17
1600	30.27 ± 1.03	35.50 ± 1.19
1800	33.43 ± 1.15	39.13 ± 3.88

ก- 4 ผลของค่าความหนาแน่นกระแสงไฟฟ้ากัดกร่อนค่าประสิทธิภาพการป้องกันการกัดกร่อน ค่าความหนา และค่าความต้านทานเชิงสัมผัสของพิล์มพอลิพิร์โรล ที่สั้งเคราะห์ในสารละลายนิเล็กโกรไล์ต์เข้มข้น 0.5 มิลลิโตรล์ และนิร์โรลомнอมอร์ 0.1 มิลลิโตรล์โดยเทคนิคให้ค่ากระแสงไฟฟ้าคงที่

ตัวแปรที่ศึกษา : ค่ากระแสงไฟฟ้าที่ทำการสั้งเคราะห์ที่เวลา 1800 วินาที
ภาวะที่ใช้ในการสั้งเคราะห์ :

สารละลายนิเล็กโกรไล์ต์: กรดออกชาลิกเข้มข้น 0.5 มิลลิโตรล์

นิร์โรลомнอมอร์เข้มข้น 0.1 มิลลิโตรล์

วิธีในการสั้งเคราะห์ : ค่ากระแสงไฟฟ้าคงที่ที่ 0.5 – 0.8 มิลลิแอมเปอร์

สารละลายนิดสอดประกอบการกัดกร่อน : กรดซัลฟิวริกเข้มข้น 0.1 มิลลิโตรล์

ตาราง ก11 ค่าความหนาแน่นกระแสงไฟฟ้ากัดกร่อนและค่าประสิทธิภาพการป้องกันการกัดกร่อนของฟิล์มพอลิพิร์โอล ที่สังเคราะห์ในสารละลายอิเล็กโทรไลต์ของกรดออกซิลิกและสารละลายพิร์โรมอนอมอร์ ที่ค่ากระแสงไฟฟ้า 0.5 – 0.8 มิลลิแอมเปอร์

กระแสงไฟฟ้า (มิลลิแอมเปอร์)	ความหนาแน่นกระแสงการกัดกร่อน (ไมโครแอมเปอร์ต่อตารางเซนติเมตร)	ประสิทธิภาพป้องกันการกัดกร่อน (ร้อยละ)
0.5	104.75 ± 4.41	8.33 ± 3.86
0.6	24.99 ± 1.53	78.13 ± 1.34
0.7	41.45 ± 1.49	63.73 ± 1.3
0.8	66.71 ± 6.67	41.62 ± 5.84

ตาราง ก12 ค่าความหนาและค่าความต้านทานเชิงสัมผัสของฟิล์มพอลิพิร์โอล ที่สังเคราะห์ในสารละลายอิเล็กโทรไลต์ของกรดออกซิลิกและสารละลายพิร์โรมอนอมอร์ ที่ค่ากระแสงไฟฟ้า 0.5 – 0.8 มิลลิแอมเปอร์

ค่ากระแสงไฟฟ้า (มิลลิแอมเปอร์)	ความหนา (ไมโครเมตร)	ความต้านทานเชิงสัมผัส (มิลลิโอมต่อตารางเซนติเมตร)
0.5	14.14 ± 0.11	19.06 ± 0.45
0.6	18.22 ± 0.23	25.00 ± 0.15
0.7	19.69 ± 0.13	26.97 ± 0.14
0.8	22.92 ± 0.15	35.03 ± 0.05

ตัวแปรที่ศึกษา: เวลาในการสังเคราะห์ที่ค่ากราฟเส้นไฟฟ้า 0.6 มิลลิแอมเปอร์
ภาษาที่ใช้ในการสังเคราะห์ :

สารละลายอิเล็กโทรไลต์: กรดออกซิลิกเข้มข้น 0.5 มอลต่อลิตร

พิริโอลомнอมอเรอร์เข้มข้น 0.1 มอลต่อลิตร

วิธีในการสังเคราะห์ : ค่ากราฟเส้นไฟฟ้าคงที่ ที่ 0.6 มิลลิแอมเปอร์

สารละลายทดสอบการกัดกร่อน : กรดชัลฟิววิกเข้มข้น 0.1 มอลต่อลิตร

ตาราง ก13 ค่าความหนาแน่นกราฟเส้นไฟฟ้ากัดกร่อนและค่าประสิทธิภาพการป้องกันการกัดกร่อนของฟิล์ม พอลิพิริโอล ที่สังเคราะห์ในสารละลายอิเล็กโทรไลต์ของกรดออกซิลิกและสารละลาย พิริโอลомнอมอเรอร์ ที่เวลาการสังเคราะห์ 200 – 1800 วินาที ที่ค่ากราฟเส้นไฟฟ้า 0.6 มิลลิแอมเปอร์

เวลาการสังเคราะห์ (วินาที)	ความหนาแน่นกราฟเส้นการกัดกร่อน (ไมโครแอมเปอร์ต่อตารางเซนติเมตร)	ประสิทธิภาพป้องกันการกัดกร่อน (ร้อยละ)
200	63.9 ± 0.64	44.08 ± 5.56
300	50.31 ± 0.06	55.97 ± 0.49
400	33.36 ± 0.55	70.81 ± 4.81
500	13.21 ± 0.12	88.44 ± 1.03
600	10.21 ± 0.25	91.06 ± 2.18
800	12.58 ± 0.31	88.99 ± 2.72
1000	16.42 ± 0.34	85.63 ± 2.98
1200	19.00 ± 0.26	83.37 ± 2.23
1400	21.06 ± 0.4	$81.57 \pm 3..48$
1600	21.74 ± 0.17	80.98 ± 1.50
1800	24.99 ± 0.15	78.13 ± 1.34

ตาราง ก14 ค่าความหนาและค่าความต้านทานเชิงสัมผัสของพิล์มโพลิพิร์โรล ที่สังเคราะห์ในสารละลายอิเล็กโทรไลต์ของกรดออกซิลิกและสารละลายพิร์โรลอนโอมอร์ ที่เวลาการสังเคราะห์ 200 – 1800 วินาที ที่ค่ากระแสไฟฟ้า 0.6 มิลลิแอมป์

เวลาการสังเคราะห์ (วินาที)	ความหนา (ไมโครเมตร)	ความต้านทานเชิงสัมผัส (มิลลิโอมตารางเซนติเมตร)
200	2.13 ± 0.12	6.08 ± 0.76
300	3.97 ± 0.21	7.30 ± 0.1
400	6.59 ± 0.11	8.14 ± 1.28
600	10.01 ± 0.89	9.62 ± 1.33
800	11.27 ± 0.13	10.03 ± 0.04
1000	15.55 ± 0.73	13.56 ± 1.78
1200	16.13 ± 0.11	17.24 ± 0.08
1400	17.27 ± 0.32	21.56 ± 0.25
1600	17.92 ± 0.58	22.83 ± 0.39
1800	18.22 ± 0.07	25.00 ± 0.15

ก- 5 ผลของค่าความเข้มข้นสารสนับสนุนอิเล็กโทรไอล์ต์สามชนิดในพอลิพิร์โรลความเข้มข้น 0.1 มิลลิตร ที่มีต่อค่าความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าการกัดกร่อน

ตาราง ก15 ค่าความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าการกัดกร่อนของพิล์มพอลิพิร์โรลที่สั่งเคราะห์ในสารสนับสนุน อิเล็กโทรไอล์ต์สามชนิด

ชนิดสารสนับสนุนอิเล็กโทรไอล์ต์		ความหนาแน่นกระแสการกัดกร่อน ($\mu\text{A}/\text{cm}^2$)
ไฮเดรย์มโอดเดชิล ซัลเฟต	0.1 มิลลิตร	100.07 ± 3.72
	0.15 มิลลิตร	63.75 ± 0.04
	0.5 มิลลิตร	เคลือบไม่ติด
กรดออกชาลิก	0.1 มิลลิตร	54 ± 0.65
	0.5 มิลลิตร	8.56 ± 0.46
	1 มิลลิตร	86.49 ± 2.10
กรดซัลฟิวริก	0.05 มิลลิตร	63.48 ± 1.71
	0.1 มิลลิตร	11.82 ± 0.74
	0.5 มิลลิตร	70.62 ± 1.54

ก- 6 ผลของค่าความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าการกัดกร่อนค่าประสิทธิภาพการป้องกันการกัดกร่อน ค่าความหนา และค่าความด้านทานเชิงสัมผัสของพิล์มพอลิพิร์โรล/ พอลิเอนิลีน ที่ สั่งเคราะห์ในสารละลายกรดออกชาลิกเข้มข้น 0.5 มิลลิตร และพิร์โรลอมอนอ เมอร์ 0.1 มิลลิตร โดยเทคนิคให้ค่าศักย์ไฟฟ้าคงที่

ตัวแปรที่ศึกษา: ค่าศักย์ไฟฟ้าที่ทำการสั่งเคราะห์ที่เวลา 600 วินาที

ภาวะที่ใช้ในการสั่งเคราะห์ :

สารละลายอิเล็กโทรไอล์ต์: กรดออกชาลิกเข้มข้น 0.5 มิลลิตร

เอนิลีนอมอนเมอร์เข้มข้น 0.1 มิลลิตร

วิธีในการสั่งเคราะห์ : ค่าศักย์ไฟฟ้าคงที่ ที่ 0.7 – 1.6 โวลต์เทียบกับ SCE

สารละลายทดสอบการกัดกร่อน : กรดซัลฟิวริกเข้มข้น 0.1 มิลลิตร

ตาราง ก16 ค่าความหนาแน่นกระเบ้าไฟฟ้ากัดกร่อนและค่าประสิทธิภาพการป้องกันการกัดกร่อนของฟิล์ม พอลิพิร์บีล/ พอลิแคนนิลีนที่สังเคราะห์ในสารละลายอิเล็กโทรไลต์ของกรดออกซาลิก และสารละลายแอนิลีนมอนโอมอร์ ที่ค่าศักย์ไฟฟ้า $0.7 - 1.6$ โวลต์เทียบกับ SCE

ศักย์ไฟฟ้า (โวลต์)	ความหนาแน่นกระเบ้าไฟฟ้ากัดกร่อน (ไมโครแคอมเพิร์ต่อตารางเซนติเมตร)	ประสิทธิภาพป้องกันการกัดกร่อน (ร้อยละ)
0.7	13.14 ± 0.71	88.5 ± 0.62
0.8	9.72 ± 0.57	91.50 ± 0.5
0.9	6.52 ± 0.88	94.29 ± 0.77
1	3.32 ± 0.68	97.09 ± 0.60
1.1	2.65 ± 0.19	97.68 ± 0.16
1.2	1.50 ± 0.20	98.69 ± 0.18
1.3	3.62 ± 0.55	96.83 ± 0.48
1.4	3.97 ± 0.21	96.52 ± 0.19
1.5	4.12 ± 0.36	96.39 ± 0.32
1.6	9.81 ± 0.84	91.42 ± 0.73

ตาราง ก17 ค่าความหนาและค่าความต้านทานเชิงสัมผัสของฟิล์มพอลิพิริโอล/ พอลิแอนิดีนที่สังเคราะห์ในสารละลายอิเล็กโทรไลต์ของกรดออกซิลิกและสารละลายแอนิลีนมอนومอร์ ที่ค่าศักย์ไฟฟ้า 0.7 – 1.6 โวลต์เทียบกับ SCE

ศักย์ไฟฟ้า (โวลต์)	ความหนา (ไมโครเมตร)	ความต้านทานเชิงสัมผัส (มิลลิโอมตารองเซนติเมตร)
0.7	12.47 ± 0.55	11.30 ± 0.06
0.8	12.56 ± 0.41	11.71 ± 0.04
0.9	13.02 ± 0.24	11.38 ± 0.24
1	13.44 ± 0.56	12.23 ± 0.19
1.1	13.56 ± 0.77	13.41 ± 1.18
1.2	13.72 ± 0.11	9.94 ± 0.18
1.3	14.02 ± 0.12	11.82 ± 0.24
1.4	15.1 ± 0.55	12.84 ± 0.08
1.5	15.59 ± 0.44	17.81 ± 0.73
1.6	17.04 ± 0.72	20.32 ± 0.92

ตัวแปรที่ศึกษา: เวลาที่ทำการสังเคราะห์ที่ 1.2 โวลต์เทียบกับ SCE

ภาษาที่ใช้ในการสังเคราะห์ :

สารละลายอิเล็กโทรไลต์: กรดออกชาลิกเข้มข้น 0.5 มอลต์/o ลิตร

เอนิลีนมอนومีอิร์เข้มข้น 0.1 มอลต์/o ลิตร

วิธีในการสังเคราะห์ : ค่าศักย์ไฟฟ้าคงที่ที่ 1.2 โวลต์เทียบกับ SCE

สารละลายทดสอบการกัดกร่อน : กรดชัลฟิววิกเข้มข้น 0.1 มอลต์/o ลิตร

ตาราง ก18 ค่าความหนาแน่นกระแสไฟฟ้ากัดกร่อนและค่าประสิทธิภาพการป้องกันการกัดกร่อนของฟิล์ม พอลิพิริวูล/ พอลิเอนิลีนที่สังเคราะห์ในสารละลายอิเล็กโทรไลต์ของกรดออกชาลิก และสารละลายเอนิลีนมอนอมีอิร์ ที่เวลาการสังเคราะห์ 300 – 1800 วินาที ค่า ศักย์ไฟฟ้า 1.2 โวลต์เทียบกับ SCE

เวลาการ สังเคราะห์ (วินาที)	ความหนาแน่นกระแสการกัดกร่อน (ไมโครแอมเปอร์ต่อตารางเซนติเมตร)	ประสิทธิภาพป้องกันการกัดกร่อน (ร้อยละ)
300	11.30 ± 1.08	90.11 ± 0.95
400	5.15 ± 0.82	95.49 ± 0.71
500	1.55 ± 0.7	98.64 ± 0.61
600	1.50 ± 0.2	98.69 ± 0.18
800	2.47 ± 0.67	97.84 ± 0.59
1000	4.84 ± 0.73	95.76 ± 0.64
1200	10.59 ± 1.44	90.73 ± 1.26
1400	12.17 ± 1.48	89.35 ± 1.30
1600	11.28 ± 0.22	90.13 ± 0.19
1800	11.34 ± 1.77	90.08 ± 1.55

ตาราง ก19 ค่าความหนาและค่าความต้านทานเชิงสัมผัสของพีล์มพอลิพิร์โรล/ พอลิไอนิลีนที่สังเคราะห์ในสารละลายอิเล็กโทรไลต์ของกรดออกชาลิกและสารละลายแอนิลีนมอนอเมอร์ ที่เวลาการสังเคราะห์ 300 – 1800 วินาที ค่าศักย์ไฟฟ้า 1.2 โวลต์เทียบกับ SCE

เวลาการสังเคราะห์ (วินาที)	ความหนา (ไมโครเมตร)	ความต้านทานเชิงสัมผัส (มิลลิโอมตารางเซนติเมตร)
300	2.91 ± 1.11	5.03 ± 1.24
400	5.34 ± 1.03	6.24 ± 1.02
500	8.14 ± 0.68	8.34 ± 0.12
600	10.72 ± 0.76	9.94 ± 0.88
800	13.82 ± 0.12	9.98 ± 0.51
1000	14.21 ± 0.31	10.09 ± 0.41
1200	15.01 ± 0.32	10.82 ± 0.17
1400	17.12 ± 0.75	11.76 ± 1.08
1600	17.78 ± 0.88	12.05 ± 1.01
1800	18.02 ± 1.02	12.88 ± 0.73

ก- 7 ผลของค่าความหนาแน่นกระแสไฟฟ้ากัดกร่อนค่าประสิทธิภาพการป้องกันการกัดกร่อน ค่าความหนา และค่าความต้านทานเชิงสัมผัสของพีล์มพอลิพิร์โรล/ พอลิไอนิลีน ที่สังเคราะห์ ในสารละลายกรดออกชาลิกเข้มข้น 0.5 มอลต่อลิตร และพิร์โรลอมอนอเมอร์ 0.1 มอลต่อลิตร โดยเทคนิคให้ค่ากระแสไฟฟ้าคงที่

ตัวแปรที่ศึกษา : ค่ากระแสไฟฟ้าที่ทำการสังเคราะห์ที่เวลา 600 วินาที
ภาวะที่ใช้ในการสังเคราะห์ :

สารละลายอิเล็กโทรไลต์: กรดออกชาลิกเข้มข้น 0.5 มอลต่อลิตร

พิร์โรลอมอนอเมอร์เข้มข้น 0.1 มอลต่อลิตร

วิธีในการสังเคราะห์ : ค่ากระแสไฟฟ้าคงที่ ที่ 0.9 – 4 มิลลิแอมเปอร์

สารละลายทดสอบการกัดกร่อน : กรดซัลฟิวริกเข้มข้น 0.1 มอลต่อลิตร

ตาราง ก20 ค่าความหนาแน่นกระแสงไฟฟ้ากัดกร่อนและค่าประสิทธิภาพการป้องกันการกัดกร่อนของพิล์มพอลิพิร์โอล/ พอลิแคนนิลีน ที่สังเคราะห์ในสารละลายอิเล็กโทรไลต์ของกรดออกชาลิก และสารละลายพิร์โอลомнอมเมอร์ ที่ค่ากระแสงไฟฟ้า 0.9 – 4 มิลลิแคอมแบร์

กระแสงไฟฟ้า (มิลลิแคอมแบร์)	ความหนาแน่นกระแสงการกัดกร่อน (ไมโครแคอมแบร์ต่อตารางเซนติเมตร)	ประสิทธิภาพป้องกันการกัดกร่อน (ร้อยละ)
0.9	7.13 ± 0.93	93.76 ± 0.82
1	0.49 ± 0.09	99.57 ± 0.08
2	16.18 ± 1.38	85.84 ± 1.21
3	20.16 ± 1.97	82.36 ± 1.72
4	30.60 ± 2.32	73.22 ± 2.03

ตาราง ก21 ค่าความหนาและค่าความต้านทานเชิงสัมผัสของพิล์มพอลิพิร์โอล/ พอลิแคนนิลีน ที่สังเคราะห์ในสารละลายอิเล็กโทรไลต์ของกรดออกชาลิก และสารละลายพิร์โอลомнอมเมอร์ ที่ค่ากระแสงไฟฟ้า 0.9 – 4 มิลลิแคอมแบร์

กระแสงไฟฟ้า (มิลลิแคอมแบร์)	ความหนา (ไมโครเมตร)	ความต้านทานเชิงสัมผัส (มิลลิโอม์มตารางเซนติเมตร)
0.9	17.12 ± 1.01	14.74 ± 0.12
1.0	19.23 ± 1.06	14.85 ± 0.18
2.0	21.01 ± 0.62	15.33 ± 0.21
3.0	22.07 ± 0.36	16.78 ± 0.21
4.0	22.72 ± 0.79	16.94 ± 0.15

ตัวแปรที่ศึกษา: เวลาในการสังเคราะห์ที่ค่ากราฟเส้นไฟฟ้า 1 มิลลิแอมเปอร์
ภาวะที่ใช้ในการสังเคราะห์ :

สารละลายอิเล็กโทรไลต์: กรดออกซิลิกเข้มข้น 0.5 มิลลิตรต่อลิตร

เอนอลีนมอนโเมอร์เข้มข้น 0.1 มิลลิตรต่อลิตร

วิธีในการสังเคราะห์ : ค่ากราฟเส้นไฟฟ้าคงที่ ที่ 1 มิลลิแอมเปอร์

สารละลายทดสอบการกัดกร่อน : กรดชัลฟิวริกเข้มข้น 0.1 มิลลิตรต่อลิตร

ตาราง ก22 ค่าความหนาแน่นกราฟเส้นไฟฟ้ากัดกร่อนและค่าประสิทธิภาพการป้องกันการกัดกร่อนของฟิล์มพอลิพิโอล ที่สังเคราะห์ในสารละลายอิเล็กโทรไลต์ของกรดออกซิลิกและสารละลายพิริโอลมอนโเมอร์ ที่เวลาการสังเคราะห์ 300 – 1800 วินาที ที่ค่ากราฟเส้นไฟฟ้า 1 มิลลิแอมเปอร์

เวลาการสังเคราะห์ (วินาที)	ความหนาแน่นกราฟเส้นการกัดกร่อน (ไมโครแอมเปอร์ต่อตารางเซนติเมตร)	ประสิทธิภาพป้องกันการกัดกร่อน (ร้อยละ)
300	5.00 ± 0.83	95.62 ± 0.73
400	4.67 ± 1.42	95.91 ± 1.24
500	2.22 ± 0.49	98.06 ± 0.43
600	0.49 ± 0.09	99.57 ± 0.08
800	6.76 ± 0.43	94.09 ± 0.38
1000	6.59 ± 0.78	94.23 ± 0.68
1200	10.26 ± 0.75	91.02 ± 0.65
1400	17.78 ± 1.40	84.44 ± 1.23
1600	18.89 ± 0.89	83.47 ± 0.78
1800	21.84 ± 0.49	80.89 ± 0.43

ตาราง ก23 ค่าความหนาและค่าความต้านทานเชิงสัมผัสของฟิล์มพอลิพิร์โอล ที่สังเคราะห์ในสารละลายน้ำเจ็กไทร์ไลต์ของกรดออกซานิลิกและสารละลายน้ำพิร์โอลมอนอเมอร์ ที่เวลาการสังเคราะห์ 300 – 1800 วินาที ที่ค่ากราฟเส้นไฟฟ้า 1 มิลลิแอมป์

เวลาการสังเคราะห์ (วินาที)	ความหนา (ไมโครเมตร)	ความต้านทานเชิงสัมผัส (มิลลิโอมต์ราเรนติเมตร)
300	6.02 ± 1.02	7.25 ± 0.34
400	9.43 ± 0.64	10.23 ± 0.36
500	13.91 ± 0.52	13.79 ± 0.15
600	16.03 ± 1.12	14.85 ± 0.18
800	17.43 ± 0.61	14.95 ± 0.11
1000	18.92 ± 1.06	15.01 ± 0.04
1200	19.15 ± 0.43	16.15 ± 0.40
1400	19.92 ± 0.66	16.26 ± 0.21
1600	21.31 ± 0.83	17.48 ± 0.01
1800	22.12 ± 0.51	18.66 ± 0.08

ภาคผนวก ข

ตัวอย่างการคำนวณ

ข-1 การคำนวณค่าความต้านทานเชิงสัมผัสของชิ้นงาน (Interfacial Contact Resistance, ICR)

$$\text{สมการหาค่าความต้านทานเชิงสัมผัส (ICR)} = \frac{[(R_2 \times A_2) - (R_1 \times A_1)]}{2}$$

R_1 = ค่าความต้านทานสัมผัสของเครื่องมือวัด (โอห์ม)

R_2 = ค่าความต้านทานสัมผัสต่อนมีชิ้นงาน (โอห์ม)

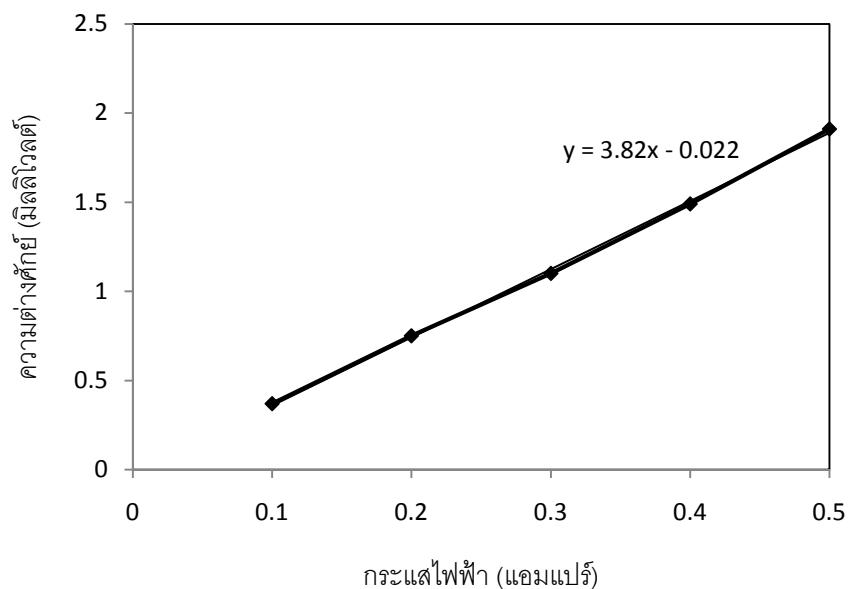
A_1 = พื้นที่ผิวสัมผัสของผ้าคาร์บอน (ตารางเซนติเมตร)

A_2 = พื้นที่ผิวสัมผัสของชิ้นงาน (ตารางเซนติเมตร)

ค่าความต้านทานสัมผัสของเครื่องมือ R_1

เขียนกราฟระหว่างค่าความต้านทานและกระแสไฟฟ้าจากนั้นคำนวณหาความต้านทานโดยสมการ
กฎของโอห์ม $V=IR$ โดยค่า R คือ ความชันที่ได้จากการ

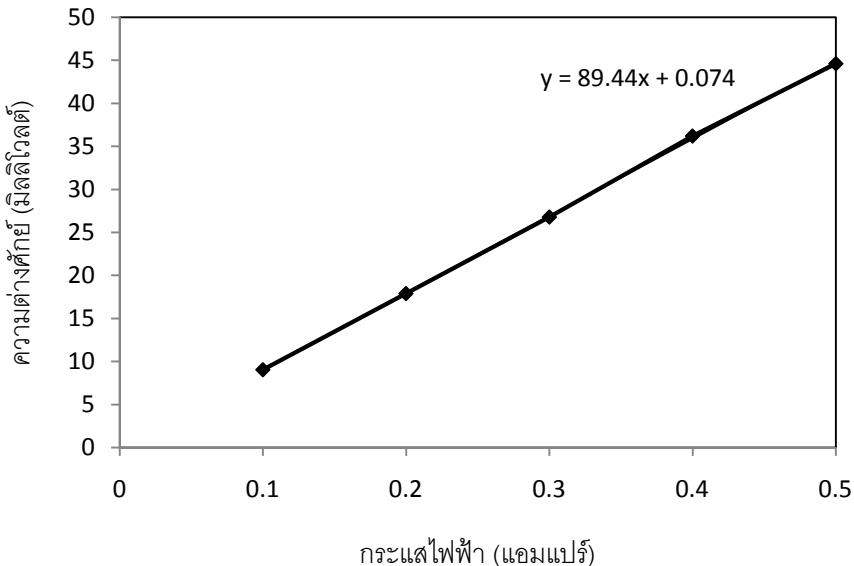
กระแสไฟฟ้า(แอมป์ร์)	ความต้านทาน(มิลลิโอลต์)
0.1	0.37
0.2	0.75
0.3	1.1
0.4	1.49
0.5	1.91



จากกราฟ ค่าความต้านทาน $R_1 = 3.82$ มิลลิโอม

ค่าความต้านทานของชิ้นงาน R_2

กระแสไฟฟ้า(แอม佩อร์)	ความต่างศักย์ (โวลต์)
0.1	9.03
0.2	17.9
0.3	26.8
0.4	36.2
0.5	44.6



ຈາກກາຟ គ່ານຄວາມຕ້ານທານ $R_2 = 89.44$ ມິລົດໂອໜ້ມ

គ່ານຄວາມຕ້ານທານເຊີງສັມຜັສຂອງຫຼິນງານ

ພື້ນທີ່ຜົວສັມຜັສຂອງຝ້າຄາຮົບອນ (A_1) = 3.50 ຕາຮາງເໜີນຕີເມຕຣ ພື້ນທີ່ຜົວສັມຜັສຂອງຫຼິນງານ (A_2) = 1 ຕາຮາງເໜີນຕີເມຕຣ

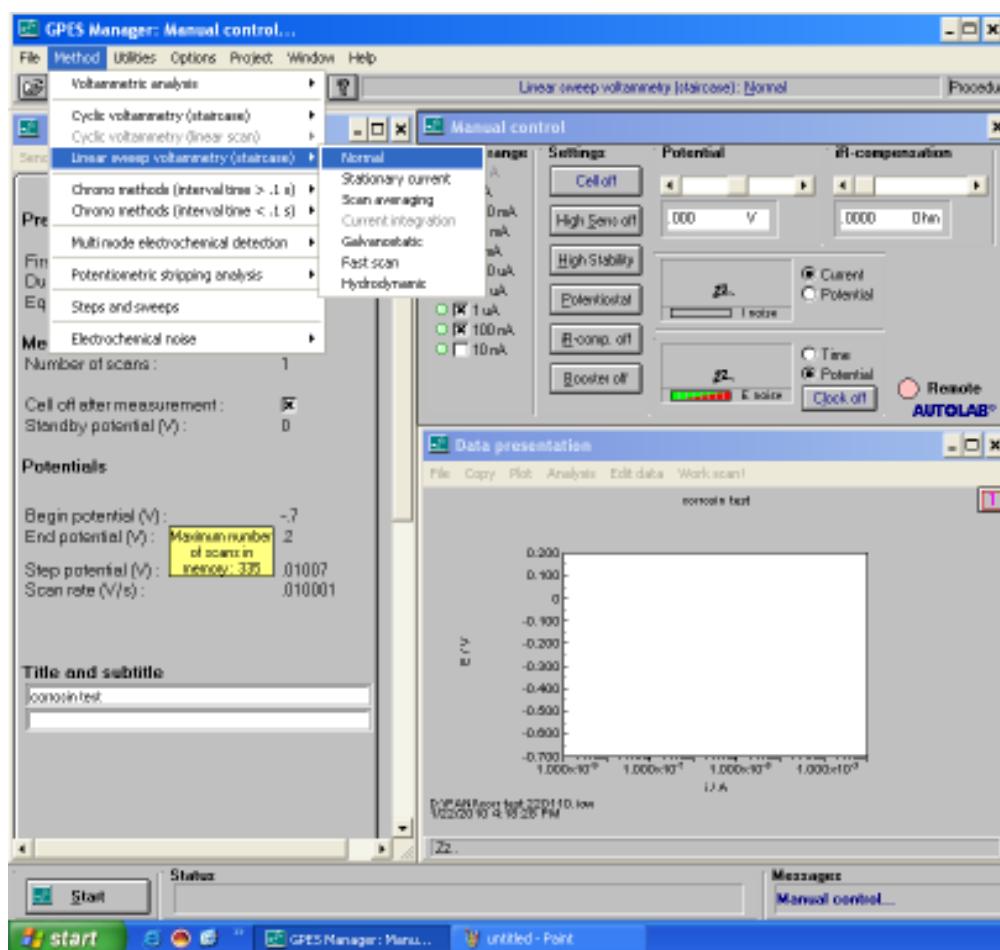
$$\begin{aligned}
 ICR &= \frac{[(R_2 \times A_2) - (R_1 \times A_1)]}{2} \\
 &= \frac{[(89.44 \times 1) - (3.82 \times 3.5)]}{2} \\
 &= 38.035 \text{ ມິລົດໂອໜ້ມຕາຮາງເໜີນຕີເມຕຣ}
 \end{aligned}$$

ภาคผนวก ค

ขั้นตอนการทดสอบและวิเคราะห์หาตัวแปรการกัดกร่อนโดยวิธี Tafel slope analysis ด้วยโปรแกรม GPES

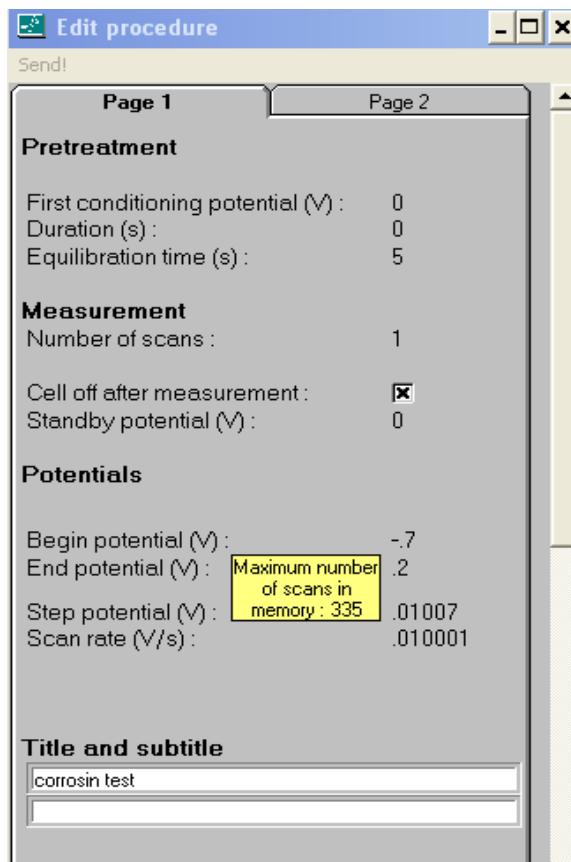
- ขั้นตอนในการทดสอบหาอัตราการกัดกร่อน [20]

1. เปิดโปรแกรม GPES เลือกเมนู Method → Linear sweep voltammetry(staircase): Normal ดังแสดงในรูป ค.1



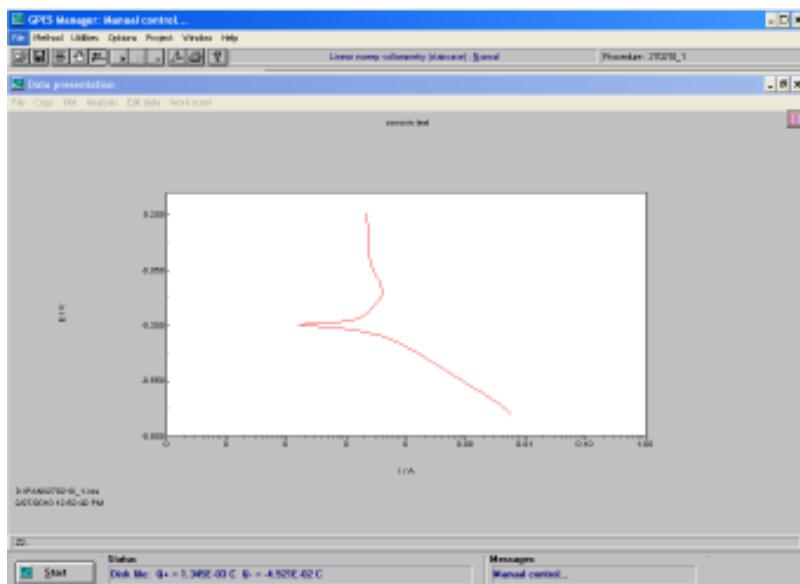
ภาพที่ ค.1 การเปิดโปรแกรม GPES

2. ใน page 1 ให้กำหนดพารามิเตอร์เบื้องต้นที่ใช้ในการทดสอบ ได้แก่ Begin potential (V), End potential (V), Step potential (V), Scan rate (V/s) ดังแสดงในรูป ค.2 และสามารถระบุรายละเอียดโดยป้อนชื่อชิ้นงานในส่วนของ Title and subtitle



ภาพที่ ค.2 การป้อนค่าพารามิเตอร์ในการทดสอบด้วยโปรแกรม GPES

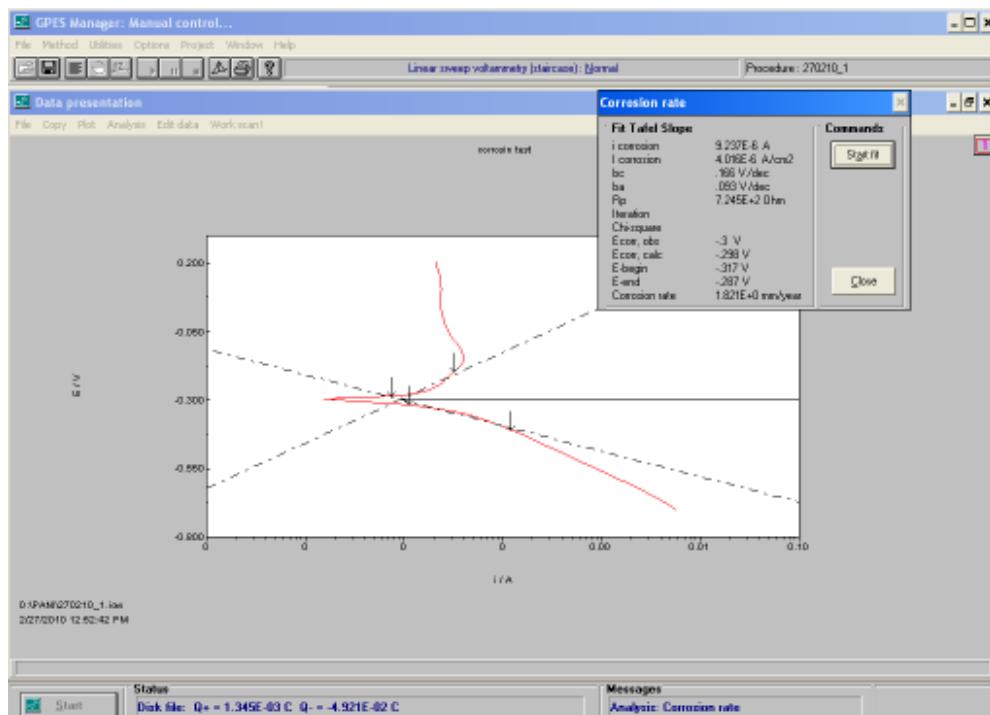
3. เตรียมชิ้นงานและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ให้พร้อม
4. เมื่อต่อสายต่างๆ เข้าที่ test cell เรียบร้อยแล้ว เริ่มทำการทดสอบโดยกดปุ่ม cell enable ที่เครื่อง Potentiostat แล้วกดปุ่ม start ที่หน้าจอ GPES
5. โปรแกรมเริ่มทำงานและวัดค่ากราฟและออกมา สามารถดูกราฟได้ที่หน้าต่าง Data presentation ดังแสดงในรูป ค.3 เมื่อได้กราฟที่ต้องการแล้วสามารถนำไปคำนวณหาค่าอัตราการกัดกร่อนได้ต่อไป
6. หลังการทำงานถ้าต้องการเก็บค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ เลือกเมนู File → Save procedure As และถ้าต้องการเก็บผลกราฟที่ได้ เลือกเมนู File → Save work data ที่หน้าต่าง presentation



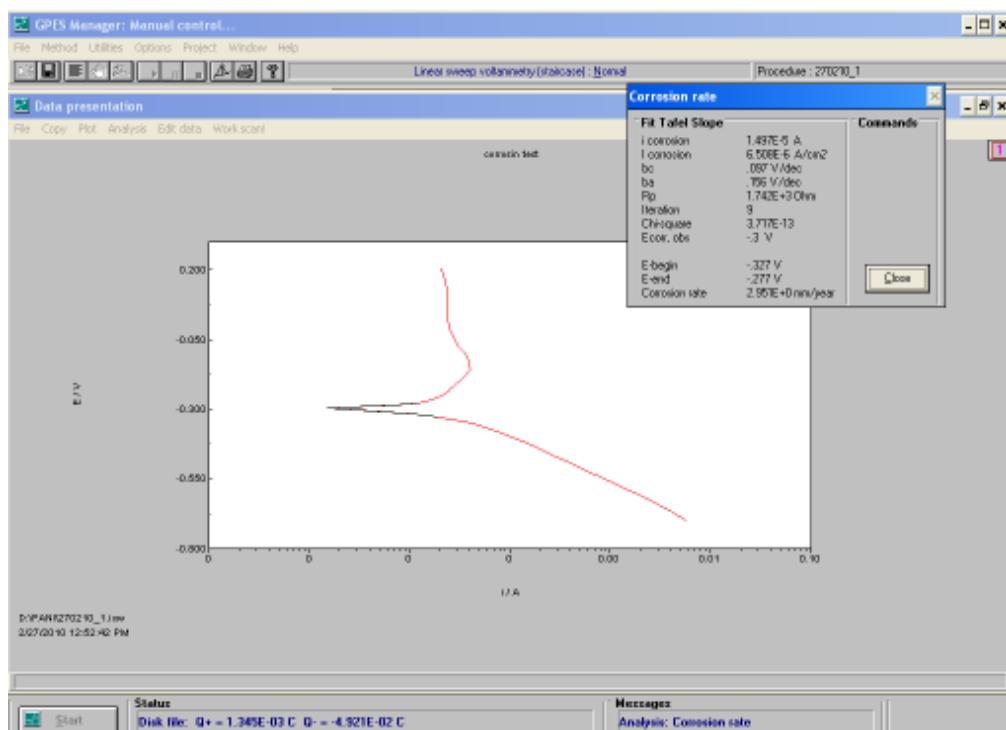
ภาพที่ ค.3 กราฟที่วิเคราะห์ได้ (Tafel plot)

- ขั้นตอนในการวิเคราะห์หาอัตราการกัดกร่อน

1. จากหน้าต่าง Data presentation เลือกเมนู Analysis —→ Corrosion rate
2. จากหน้าต่าง Corrosion rate ในช่อง result ใส่ค่าที่จำเป็นต่อการคำนวณการหาด้วยแบบการกัดกร่อนของชิ้นงานที่ทดสอบ ดังนี้ ชิ้นงานเหล็กกล้าไร้สนิม ได้แก่ พื้นที่ผิว (Surface area) 2.3 ตารางเซนติเมตร น้ำหนักสมมูลย์ (Equivalent weight) 27.92 กรัมต่ออิมิลิลิตร ความหนาแน่น (density) 7.87 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ชิ้นงานพอลิพิริโอล ได้แก่ น้ำหนักสมมูลย์ 134 กรัมต่ออิมิลิลิตร ความหนาแน่น 0.967 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร และพอลิไ xenonilin ได้แก่ น้ำหนักสมมูลย์ 186.26 กรัมต่ออิมิลิลิตร ความหนาแน่น 1.02 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร
3. เมื่อใส่ข้อมูลที่จำเป็นครบแล้ว เลือก Tafel slopes
4. กำหนดจุด 2 จุด ที่ด้านล่างของกราฟแล้วกดปุ่ม OK
5. กำหนดจุด 2 จุด ที่ด้านล่างของกราฟแล้วกดปุ่ม OK จะได้เส้นตรง 2 เส้นตัดกัน สังเกตให้จุดตัดอยู่ตรงกลางของกราฟเมื่อเลือกจุดเส้น 2 แล้วจะมีหน้าต่าง Fit Tafel Slope ปรากฏซึ่งแสดงค่าต่าง ๆ ที่เครื่องอ่านได้ แสดงดังภาพที่ ค.4
6. ค่าที่ปรากฏในหน้าต่าง Fit Tafel slope ยังไม่ใช่ค่าที่แท้จริง ให้คลิก Start fit ในช่อง Commands พิจารณาให้กราฟสีดำทับกับกราฟที่วิเคราะห์ได้ (สีแดง) เครื่องจะทำการคำนวณเพื่อตรวจสอบค่าที่ได้ออกครั้ง จะได้ค่าใหม่ที่นำไปใช้ได้แสดงดังภาพที่ ค.5



ภาพที่ ค.4 ค่าพารามิเตอร์ที่เครื่องอ่านได้หลังจาก Fit Tafel slope



ภาพที่ ค.5 ค่าพารามิเตอร์ที่เครื่องอ่านได้หลังจากเลือกคลิก Start fit

ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

นางสาวพัชราลัย อรุณรงค์ เกิดเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2529 สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อ พ.ศ. 2546 สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาปีตอ雷เม่แอลวัสดุพอลิเมอร์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2552 และศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2552